การสร้างและตรวจสอบคุณลักษณะของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สำหรับระบบของไหลจุลภาค



จุหาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อและแฟ้มข้อมูลฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ที่ให้บริการในคลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR) เป็นแฟ้มข้อมูลของนิสิตเจ้าของวิทยานิพนธ์ ที่ส่งผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัย

The abstract and full text of theses from the academic year 2011 in Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR) are the thesis authors' files submitted through the University Graduate School.

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



Chulalongkorn University

Fabrication and Characterization of Pneumatic Actuator for Microfluidic System



A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Engineering Program in Mechanical Engineering Department of Mechanical Engineering Faculty of Engineering Chulalongkorn University Academic Year 2017 Copyright of Chulalongkorn University



Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การสร้างและตรวจสอบคุณลักษณะของแอคชั่วเอเตอร์นิว
	เมติกส์สำหรับระบบของไหลจุลภาค
โดย	นายศิวพล ฉายแก้ว
สาขาวิชา	วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ พิมพ์พิณ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

. Small of a	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล)	
คณะกรรมการสอบวทยานพนธ	
	_ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระยุทธ ศรีธุระวานิช	
	_ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ พิมพ์พิณ)	
	_กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัตต์ รัตนสุมาวงศ์)	<u>í</u>
<u>จุหาลงกรณ์มหาวิทย</u>	กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
(ดร. คัคนานต์ สรุงบุญมี) NGKORN UNIV	ERSITY

ศิวพล ฉายแก้ว : การสร้างและตรวจสอบคุณลักษณะของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สำหรับระบบ ของไหลจุลภาค (Fabrication and Characterization of Pneumatic Actuator for Microfluidic System) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: ผศ. ดร.อลงกรณ์ พิมพ์พิณ, หน้า.

้งานวิจัยนี้ได้พัฒนาแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ซึ่งมีโครงสร้างที่สำคัญอยู่ 3 ส่วน คือ ชั้นควบคุม ้สำหรับลมอัด ชั้นของไหลสำหรับของไหลที่มีอนุภาคพลาสติกหรือเซลล์ ฟิล์มบางที่กั้นกลางระหว่างชั้น ้ควบคุมและชั้นของไหล อย่างไรก็ตามวิธีการสร้างฟิล์มบางในอดีตค่อนข้างซับซ้อน ดังนั้นวัตถุประสงค์ใน การศึกษาจึงมี 2 ประเด็น คือ การศึกษากระบวนการสร้างชิพของไหลจุลภาคและฟิล์มบางด้วยชั้นสังเวย กับ การศึกษาผลของขนาดของแอคชั่วเอเตอร์กับการเปลี่ยนแปลงแรงดันต่อระยะกระดกของฟิล์มบาง ขั้นตอน การสร้างแอคชัวเอเตอร์เริ่มจากชั้นควบคม ที่สามารถสร้างได้ด้วยวิธีซอฟต์ลิโทกราฟ (Soft Lithography) ด้วยสารโพลีไดเมททิลไซโลเซน (Polydimethylsiloxane-PDMS) ในขณะที่ฟิล์มบางจำเป็นต้องใช้เทคนิค การปั่นเหวี่ยงสารโพลีไดเมททิลไซโลเซนบนชั้นสังเวย โดยชั้นสังเวยได้ใช้สารโพลีไวนิลแอลกฮอลล์ (Polyvinyl Alcohol) หลังจากจึงนำชิ้นงานทั้งสองมาประสานกันด้วยเทคนิคการคายประจุแบบโคโรน่า แล้วกำจัดชั้นสังเวยออกด้วยน้ำอุ่นที่อุณหภูมิ 120 °C ในขั้นตอนสุดท้ายจึงนำพอร์ตลมอัดมาเชื่อมต่อและ ประสานกับกระจกสไลด์ สำหรับการทดสอบสมบัติของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์จะเริ่มจากการหาค่าความ แข็งแรงสำหรับการเชื่อมประสานชิ้นงานทั้งสองส่วน ซึ่งพบว่าแรงดันอากาศสูงสุดที่ไม่ทำให้ชิ้นงานฉีกขาด เท่ากับ 25 kPa ในขั้นตอนต่อไปจึงหาระยะกระดกในช่วงความดัน 0-27 kPa สำหรับแอคชัวเอเตอร์ทรง สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีฟิล์มบางหนาประมาณ 100 µm ผลการทดลองแสดงว่าการควบคุมพารามิเตอร์ใน กระบวนการผลิตชิ้นงานยังทำได้ไม่ดีนัก และมีผลต่อระยะกระดกตัวค่อนข้างมาก โดยระยะกระดกที่ 25 kPa สำหรับแอคชั่วเอเตอร์ขนาด 1500, 2000 และ 2500 µm เท่ากับ 238±52, 354±43 and 493±33 µm ตามลำดับ เมื่อกระตุ้นแอคชั่วเอเตอร์ที่ 1, 5 และ 20 Hz ที่แรงดันอากาศคงที่เท่ากับ 25 kPa พบว่าแอคชัวเตอร์ทุกขนาดจะตอบสนองได้ดีที่ความถี่ 1 Hz นอกจากนั้นยังพบว่าเมื่อกระตุ้นไปแล้ว ้จำนวน 50,000 ครั้ง ระยะกระดกของแอคชั่วเตอร์ทุกขนาดก็ไม่เปลี่ยนแปลงนัก ส่วนการทดสอบการ รั่วไหลของของเหลวที่แรงดันอากาศ 35 kPa พบว่าสามารถใช้แอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ขนาด 2000 µm ปิด ้กั้นการไหลของของเหลวที่ 0.5 ml/min แต่ไม่สามารถปิดกั้นการไหลที่ 1 ml/min ในท่อลึก 300 µm ได้

ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล ปีการศึกษา 2560

ลายมือชื่อนิสิต	
ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาหลัก	

5770564121 : MAJOR MECHANICAL ENGINEERING

KEYWORDS: PNEUMATICS / MICROFLUIDICS SYSTEM / CELL SORTING / CELL CULTURE / MICROACTUATOR

SIWAPOL CHARYKAEW: Fabrication and Characterization of Pneumatic Actuator for Microfluidic System. ADVISOR: ASST. PROF. ALONGKORN PIMPIN, Ph.D., pp.

In this research, a pneumatic actuator, which consists of three main parts such as a control layer for pneumatic system, a fluid layer to deliver particles or cells and a thin membrane, was developed. However, a conventional fabrication of a membrane is difficult, and often results in a complexity of the system. Therefore, the goals of this study are a development of a simple fabrication process using a sacrificial layer technique, and an examination of the effects of an actuator size together with the magnitude of pressure on a deflection of membrane. The fabrication was as follows. Firstly, a control layer was fabricated by a conventional soft lithography technique with Polydimethylsiloxane (PDMS) polymer while a PDMS thin film was fabricated by a spin coating technique with sacrificial layer, Polyvinyl Alcohol (PVA), underneath. Next, two PDMS pieces were bonded using a Corona discharge technique. After that, PVA layer was dissolved with hot water at 120 °C so that only PDMS membrane was remained on the PDMS control layer. Finally, an inlet pneumatic port was connected. The characterization was started by a test of bonding strength. It was found that the pressure before failure was about 25 kPa. In the next step, the deflection of pneumatic actuators in a square shape was examined by varying a pressure from 0-27 kPa for three sizes of the actuator such as 1500, 2000, 2500 µm while all of them had a thickness of membrane around 100 µm. The results showed that a fabrication had much effect on a pneumatic actuator performance as different batches of actuator would have significantly different deflections. From the experiments at a constant pressure of 25 kPa, the average deflection of 1500, 2000 and 2500 μm were 238±52, 354±43 and 493±33 μm, respectively. When pneumatic actuators were activated at a frequency of 1, 5 and 20 Hz with a constant pressure of 25 kPa, all pneumatic actuators were well responded up to 1 Hz. In addition, it was observed that the deflection of pneumatic actuators was not changed much after they were activated to 50,000 cycles. Moreover, the leakage test showed that pneumatic actuators with the size of 2000 µm could completely stop the liquid flow at 0.5 ml/min in a 300-µm depth channel when it was actuated at 35 kPa; however, they failed to stop the liquid flow at the flow rate of 1 ml/min.

Department: Mechanical Engineering Field of Study: Mechanical Engineering Academic Year: 2017

Student's Signature	
Advisor's Signature	

กิตติกรรมประกาศ

ผู้แต่งขอขอบคุณ ผศ.ดร.อลงกรณ์ พิมพ์พิณ อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่า ในการให้ความรู้ คำแนะนำทั้งในเรื่องทางวิชาการและเรื่องในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังช่วยผลักดัน และสนับสนุนผู้วิจัย ให้สามารถดำเนินงานวิจัยได้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณ ผศ.ดร.วีระยุทธ ศรี ธุระวานิช ประธานกรรมการสอบที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าในการให้ข้อเสนอแนะในเรื่องงานวิจัย เพื่อให้การทดลองมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

นอกจากนั้น ผู้แต่งขอขอบคุณ ผศ.ดร.ชนัตต์ รัตนสุมาวงศ์ และ ดร.คัคนานต์ สรุงบุญมี กรรมการสอบที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ รวมถึงข้อแนะนำในการปรับปรุงการทดลองให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น

ในระหว่างการดำเนินงานวิจัย ศ.ดร.บุญชัย เตชะอำนาจ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ ให้ความอนุเคราะห์การใช้เครื่องคายประจุโคโรน่าและเครื่องปั่นเหวี่ยงเพื่อสร้างฟิล์มบาง และนาย นิติพงศ์ ปานกลาง นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ช่วยสนับสนุนในเรื่องเทคนิคการ ใช้งานเครื่องคายประจุโคโรน่าและเครื่องปั่นเหวี่ยงเพื่อสร้างฟิล์มบาง เครื่องมือและอุปกรณ์อื่นๆ

นอกจากนั้น งานวิจัยจะสำเร็จไม่ได้หากขาดคำแนะนำจาก ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละ สูต, รศ.น.สพ.ดร.ธีระยุทธ แก้วอมตวงศ์, ผศ.น.สพ.ดร.ประพฤติดี ปิยะวิริยะกุล, ดร.วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ และ ดร.มยุรี จันทร์สกุลนิยม และงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุน วิชาการ จุฬาฯก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 โครงการอุปกรณ์การแพทย์ชาญฉลาด และเงินสนับสนุน งานวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุดท้ายนี้ ผู้แต่งขอขอบคุณบิดา มารดา ครอบครัว ในการสนับสนุนการทำวิจัยนี้ และ ขอขอบคุณรุ่นพี่ เพื่อนรุ่นเดียวกัน และรุ่นน้องในห้องปฏิบัติการวิจัยระบบกลไฟฟ้าขนาดจุลภาค และนาโนเทคโนโลยี ในการสนับสนุนทั้งแรงกาย แรงใจ ในการสนับสนุนผู้วิจัยให้สำเร็จไปได้ด้วยดี

หน้า
บทคัดย่อภาษาไทยง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษจ
กิตติกรรมประกาศฉ
สารบัญช
สารบัญรูปภาพฏ
สารบัญตารางธ
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ที่มาและความสำคัญ
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 ขอบเขตงานวิจัย
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.5 แผนการดำเนินงาน
บทที่ 2 ปริทรรศน์วรรณกรรม
2.1 ประวัติความเป็นมาของระบบของไหลจุลภาคและระบบเพาะเลี้ยงเซลล์
2.2 ความสำคัญต่อการพัฒนาห้องปฏิบัติการในชิพ
2.3 ไมโครวาล์ว
2.3.1 หน้าที่ของไมโครวาล์ว13
2.3.2 การทบทวนวรรณกรรมของไมโครวาล์ว13
2.3.3 รูปแบบของไมโครวาล์ว
2.3.4 สรุปรูปแบบการเลือกไมโครวาล์ว
- 2.4 แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์
2.4.1 โครงสร้างและหลักการทำงานของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์

	หน้า
2.4.2 การทบทวนวรรณกรรมของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์	25
2.4.3 การใช้งานแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์	
2.4.4 สรุปแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์	34
2.5 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ควบคุม และทดสอบระบบของไหลจุลภาคในปัจจุบัเ	u 34
2.5.1 วัสดุในงานระบบของไหลจุลภาค	34
2.5.2 โพลีไดเมทิลไซโลเซน	35
2.5.3 เทคนิคการผลิตชิ้นงานระบบของไหลจุลภาค	38
2.5.4 เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ	51
2.5.5 เทคนิคการเชื่อมประสาน	56
2.5.6 การทดสอบความแข็งแรงของการเชื่อมประสานชิ้นงาน	60
2.5.7 เทคนิคการเชื่อมต่อระบบของไหลจุลภาค	63
2.5.8 เทคนิคการควบคุมแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์	73
2.5.9 ระบบนิวเมติกส์	76
2.5.11 การทดสอบและการคำนวณระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์	79
2.6 สรุปปริทรรศน์วรรณกรรมในการณ์มหาวิทยาลัย	81
บทที่ 3 กระบวนการสร้างและประสานชิ้นงาน	82
3.1 โครงสร้างชิพสำหรับการทดสอบระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์อย่างง่าย	82
3.2 กระบวนการหารูปแบบการผลิตชิ้นงานสำหรับการทดลอง	83
3.3 การสร้างแม่พิมพ์สำหรับการหล่อชิ้นงานและการสร้างชั้นควบคุม	85
3.3.1 กระบวนการผลิตชิ้นงาน	
3.3.2 การพัฒนาแม่พิมพ์	87
3.3.3 การวัดความหยาบผิวของแม่พิมพ์ต้นแบบที่ 3	92
3.4 การสร้างชั้นสังเวยและฟิล์มบาง	93

	หน้า
3.4.1 กระบวนการสร้างชั้นสังเวยและฟิล์มบาง	93
3.4.2 การวัดผลของความหนาจากการสร้างฟิล์มบาง	94
3.4.3 ปัญหาที่พบในการสร้างชั้นสังเวยและฟิล์มบางและแนวทางแก้ไข	96
3.5 การเชื่อมประสานชิ้นงานและการล้างชั้นสังเวย	96
3.5.1 กระบวนการประสานชิ้นงาน	96
3.5.2 ผลการประสานชิ้นงาน	
3.5.3 การล้างชั้นสังเวย	100
3.6 สรุปกระบวนการผลิตชิ้นงาน	102
บทที่ 4 การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการวัดระยะกระดก	103
4.1 การเตรียมอุปกรณ์การทดลอง	103
4.1.1 การจับชิ้นงานไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่ในระหว่างการทดลอง	103
4.1.2 การออกแบบรูปแบบการจับชุดทดลองเพื่อให้สามารถทดลองได้อย่างต่อเนื่อง	105
4.2 การทดสอบความแข็งแรงของการเชื่อมประสาน	107
4.3 การสอบเทียบขนาดมิติเรขา	109
4.4 สรุปการเตรียมอุปกรณ์การทดลองในมหาวิทยาลัย	112
บทที่ 5 การทดลองคุณลักษณะของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์	113
5.1 กระบวนการทดลองการหาคุณสมบัติแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์	113
5.2 การทดสอบระยะกระดกด้วยแรงดันอากาศคงที่	115
5.3 การทดสอบระยะกระดกด้วยการให้ความถี่	117
5.4 การทดสอบวัฎจักรของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์	119
5.5 ผลการทดลองที่เกิดจากการติดตั้ง	120
5.6 ผลการทดลองที่เกิดจากกระบวนการผลิต	125
5.7 ผลการทดลองที่เกิดจากการทดลองวัฏจักร	130

	หน้า
5.8 ผลการเกิดฮิสเทอรีซิส	134
5.9 ผลการทดลองระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์จากความถี่	136
5.10 สรุปคุณลักษณะของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์	141
บทที่ 6 การทดสอบการรั่วไหล	142
6.1 การสร้างชิพสำหรับทดสอบการรั่วไหล	142
6.2 การทดสอบการรั่วไหลของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์	144
6.3 ผลการทดสอบการรั่วไหลของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์	147
6.4 สรุปผลการทดสอบการรั่วไหลของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์	149
บทที่ 7 สรุปผลการศึกษา	150
7.1 สรุป	150
7.2 ข้อแนะนำในการพัฒนา	152
7.2.1 การปรับปรุงกระบวนการผลิต	152
7.2.2 การออกแบบช่องทางไหลจุลภาคเพื่อป้องกันการรั่วไหล	152
7.2.3 การนำแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ไปใช้งาน	152
รายการอ้างอิงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	155
ภาคผนวก ก การวัดความหยาบผิวแบบไม่สัมผัสผิว	166
ภาคผนวก ข ค่าระยะกระดกตัวของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์	
ภาคผนวก ค ค่าความหนาของการวัดฟิล์มบาง	209
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์	213

สารบัญรูปภาพ

รูปที่ 2.1 แผนภาพแสดงวิวัฒนาการในการเพาะเลี้ยงเซลล์และระบบของไหลจุลภาคตั้งแต่ช่วงปี 1989-2010 [10]	6
รูปที่ 2.2 ภาพแสดงลักษณะการใช้งานในสถานที่ที่ต่างกันกับเงื่อนไขและข้อจำกัดที่ควรพิจารณา ร่วม [11]	7
รูปที่ 2.3 ภาพแสดงระบบพลวัตของการเลี้ยงเซลล์แบบมหภาค(กลุ่มประชากร)และการเลี้ยง เซลล์แบบจุลภาค(เซลล์เดี่ยว) [12]	8
รูปที่ 2.4 ภาพแสดงช่วงเวลาสำหรับการวิเคราะห์เซลล์เดี่ยวโดยเริ่มจากกลุ่มประชากรจนถึงตอน หลังจากเพาะเลี้ยงเซลล์ [12]	8
รูปที่ 2.5 (ก) อุปกรณ์การคัดแยกเซลล์แบบท่อขดเกลียว (ข) อุปกรณ์ดักจับเซลล์ด้วยหลุมรูปทรง สามเหลี่ยมขนาดจุลภาค	11
รูปที่ 2.6 องค์ประกอบของระบบของไหลจุลภาคภายในห้องปฏิบัติการในชิพ	12
รูปที่ 2.7 (ก) การใช้สกรูในการดันของเหลวในห้องปิดไปดันฟิล์มบางปิดช่องทางไหลจุลภาค [15] (ข) การใช้แท่งที่ปลายหุ้ม PDMS ปิดช่องทางไหลจุลภาค [16]	16
รูปที่ 2.8 (ก) ภาพอุปกรณ์ที่สำคัญของไมโครวาล์ว การใช้แม่เหล็กถาวรกดแผ่นรองอะคลิลิคให้ ปิดช่องทางไหลจุลภาค [17] (ข) ลักษณะของโครงสร้างไมโครวาล์วที่ใช้แม่เหล็กถาวร การทำงาน ของไมโครวาล์วเมื่อต้องการเปิดหรือปิดไมโครวาล์ว [18]	.17
รูปที่ 2.9 การใช้อุปกรณ์ให้ความร้อนต่อของเหลวที่ไวต่อความร้อน เพื่อให้ขยายตัวไปปิดช่องทาง ไหลจุลภาค [19]	18
รูปที่ 2.10 (ก) การควบคุมฟองอากาศด้วยเข็มฉีดยาเพื่อให้ฟองอากาศไปขวางกั้นช่องทางไหล จุลภาค [20] (ข) การใช้โซลินอยด์ที่ติดแท่งที่ปลายดันฟิล์มบางให้ของเหลวในห้องปิดไปดัน ช่องทางไหลจุลภาค [27]	. 19
รูปที่ 2.11 การใช้ลมอัดทำให้พาราฟินเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวแล้วไปดันฟิล์ม บางให้ปิดช่องทางไหลจุลภาค [21]	19
รูปที่ 2.12 (ก) อิเล็กโทรดติดกับฟิล์มบาง [22] (ข) อิเล็กโทรด Carbon Nanotube [23]	20
รูปที่ 2.13 การใช้โลหะจำรูปในการเปิดช่องทางไหลจุลภาค [24]	21

รูปที่ 2.14 การใช้เข็มฉีดยาที่ 1 ขนาด 3 มิลลิลิตรเทียบกับการใช้เข็มฉีดยากรณี 3 มิลลิลิตร และ 20 มิลลิลิตร [25]	21
รูปที่ 2.15 รูปแบบแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ รูปทางซ้ายมือตอนยังไม่ทำงาน (ปกติเปิด) และรูป ทางขวามือตอนที่ทำงาน (ได้รับแรงดันอากาศ)	23
รูปที่ 2.16 แอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์แบบต่างๆ โดยฝั่งซ้ายเป็นกรณีที่ยังไม่ทำงานและฝั่งขวาเป็น กรณีที่ทำงาน [30]	24
รูปที่ 2.17 ระบบดักจับและปลดปล่อยเซลล์ ตอนยังไม่ทำงาน (ภาพซ้าย) และตอนทำงาน (ภาพ ขวา) [32]	28
รูปที่ 2.18 ระบบคัดแยก C.elegans ด้วยแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ [9]	29
รูปที่ 2.19 (ก) แผนภาพการทำงานของระบบของไหลโดยแรงโน้มถ่วงและกราฟแสดงอัตราการ ไหล (ข) แผนภาพการทำงานของไมโครปั๊มและกราฟแสดงอัตราการไหล [38]	30
รูปที่ 2.20 อุปกรณ์ที่อยู่ในห้องปฏิบัติการในชิพที่มีแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ในการควบคุม อุปกรณ์ [33]	31
รูปที่ 2.21 ขนาดของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ที่เกิดจากการควบคุมเวลเตอร์นิวเมติกส์ [34]	31
รูปที่ 2.22 การปรับทิศทางการไหลของหยดของเหลวโดยใช้แอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ [35]	32
รูปที่ 2.23 การรวมหยดของเหลว 2 หยด (ภาพซ้าย) และการรวมหยดของเหลว 3 หยด (ภาพ ขวา) [36]	33
รูปที่ 2.24 (ก-ค) การตีหยดของเหลวให้เป็นหยดของเหลวขนาดเล็กด้วยแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ (ง) โครงสร้างของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์และการทำงานของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ [37]	33
รูปที่ 2.25 การเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของวัสดุที่ใช้ในงานเพาะเลี้ยงเซลล์ในระบบของไหล จุลภาค [39]	35
รูปที่ 2.26 การเปรียบเทียบวิธีการผลิตชิ้นงานต้นแบบในระบบของไหลจุลภาคเทียบกับความเร็ว ในการผลิตและราคา [43]	39
รูปที่ 2.27 กระบวนการสร้างชิ้นงานด้วยวิธีการฉีดชิ้นงานพลาสติก (Injection Molding) วิธีการ พิมพ์ตัวนูนด้วยแม่พิมพ์ร้อน (Hot embossing) และวิธีการหล่อชิ้นงานด้วยวิธีซอฟต์ลิโทกราฟี	
(Soft Lithography)/Replica Molding) [44]	40
รูปที่ 2.28 กระบวนการสร้างชิ้นงานด้วยวิธีทั่วไป [45]	41

รูปที่ 2.29 กระบวนการสร้างแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ด้วยการใช้ฟิล์มสำเร็จรูป [6]	. 42
รูปที่ 2.30 กระบวนการสร้างชิ้นงานและโพลิเมอร์ซีล [46]	. 43
รูปที่ 2.31 เการทำงานของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ที่มีโพลิเมอร์ซีล [46]	.43
รูปที่ 2.32 กระบวนการสร้างโครงสร้างระบบของไหลจุลภาคด้วยการใช้วัสดุสังเวย 2 ตัว [47]	.44
รูปที่ 2.33 ขั้นตอนการหล่อชิ้นงานโดยการใช้แรงเหวี่ยง [48]	.45
รูปที่ 2.34 (ก-ง) ขั้นตอนการหล่อชิ้นงานด้วยแม่พิมพ์สองด้าน (จ) รูปชิ้นงานระบบของไหล จุลภาคที่มีหลายชั้น (ไฟล์CAD/ชิ้นส่วนก่อนการประกอบ/ชิ้นงานประกอบ/ชิ้นงานประกอบบรรจุ สาร) [49]	46
รงให้ 2.35 กระงาวบการสร้างดาบประกาฟฟ้าดบาดเล็กด้ายเพดบิดชั้นสังเวย [51]	. 40
รูปที่ 2.36 (ก) รูปแบบท่อในระบบของไหลจุลภาคบริเวณที่เชื่อมต่อกับท่ออื่นทั้งแบบ 2D , Pseudo-3D ,Truly 3D [52] (ข) ขั้นตอนการหล่อชิ้นงานรูปแบบ Truly 3D ที่มีโอกาสทำให้ท่อ เสียหายได้ [52]	48
รูปที่ 2.37 (ก) ลักษณะช่องทางไหลจุลภาคที่มีหน้าตัดสี่เหลี่ยมที่มีแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์และ การทำงาน เปรียบเทียบกับลักษณะช่องทางไหลจุลภาคที่มีหน้าตัดครึ่งวงกลมที่มีแอคชัวเอเตอร์ นิวเมติกส์และการทำงาน (ข) ลักษณะช่องทางไหลจุลภาคที่มีหน้าตัดแบบทรงสูงที่มีแอคชัวเอ เตอร์นิวเมติกส์และการทำงาน [53]	. 49
รูปที่ 2.38 กระบวนการสร้างแม่พิมพ์ด้วยฟิล์มแห้งไวต่อแสง [54]	. 50
รูปที่ 2.39 กระบวนการหล่อชิ้นงานด้วยแม่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์สามมิติ [55]รูปที่ 2.40 โครงสร้างเครื่องพิมพ์สามมิติด้วยแสง (ก) แบบผิวอิสระ (Free Surface) และ (ข) แบบจำกัดผิว(Constrained Surface) [57] (ค) ภาพการเปรียบเทียบระหว่างการใช้แสง UV ใน Storaclithagraphy ถับ NIP ในกระบวนการ 200 [58]	. 51
ระเพิ่ 2.41 โดระสร้องเครื่องพิมพ์สวมมิติ (อ) Dectopolymor letiot Dripting [E7] (๗) Eucod	
Deposition Modeling [57]	. 54
รูปที่ 2.42 การประสานชิ้นงานระหว่างกระจกกับซิลิกอน [60] ลักษณะของอิออนที่เกิดขึ้น ระหว่างการเชื่อมประสาน	. 57
รูปที่ 2.43 การเปลี่ยนสภาพของผิว PDMS ด้วยเทคนิคการเชื่อมประสานด้วยพลาสม่า (Decrea Activated Banding Technique)	ГO
(riasina-activated bonding rechnique)	. วŏ

รูปที่ 2.44 (ก) เครื่องคายประจุโคโรน่า แท่งอิเล็กโทรดแบบแท่งลวดและสปริง กับแพลตฟอร์มที่ ไม่นำไฟฟ้า (ข) การเชื่อมประสานชิ้นงานด้วยอิเล็กโทรดแบบแท่งลวด (ง) การเชื่อมประสาน ชิ้นงานด้วยอิเล็กโทรดแบบสปริง [65]	59
รูปที่ 2.45 การทดสอบความแข็งแรงของการชื่อมประสานโดยการเพิ่มแรงดันอากาศแบบ ขั้นบันได[62, 66]	61
รูปที่ 2.46 การทดสอบความแข็งแรงของการเชื่อมประสานด้วยการดึงชิ้นงานให้หลุดออกจากกัน (ก) PDMS-PDMS [63] (ข) PDMS-PC/COC/PMMA/PS [67]	62
รูปที่ 2.47 (ก) ระบบของไหลจุลภาคที่มีการเชื่อมต่อด้วยเข็ม [69] (ข) รูปแบบการติดตั้งท่อหรือ เข็มในแนวตั้งตรงและแนวนอน และผลการเคลื่อนที่ของอนุภาค [70]	64
รูปที่ 2.48 รูปแบบพอร์ตแบบสัมผัส (ก) แรงจากอุปกรณ์จับชิ้นงาน [74] (ข) แรงจากสกรูและ เฟรม [75] (ค-ง) ระบบสุญญากาศ [76] (จ) โครงสร้างการเชื่อมต่อด้วยแม่เหล็ก (จ) ส่วนประกอบการเชื่อมต่อด้วยแม่เหล็ก [77]	65
รูปที่ 2.49 (ก) การใช้เทปกาวติดพอร์ตเชื่อมต่อ [78] (ข) การใช้ไนโตรเจนเหลวลดขนาดท่อก่อน ติดตั้งกับพอร์ตแล้วทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องให้ท่อติดกับพอร์ต [79] (ค) กระบวนการเชื่อมต่อท่อกับ ชิพของไหลจุลภาคโดยใช้อุณหภูมิจากเตาร้อนและกาวอีพ็อกซี่ [80]	67
รูปที่ 2.50 (ก) กระบวนการสร้างซิพของไหลจุลภาคสำหรับการเชื่อมต่อด้วยการบัดกรี (ข) ภาพ การประกอบซิพของไหลจุลภาคกับชุดสำหรับเชื่อมต่อกับพอร์ตที่ขายในเชิงพาณิชย์ [81] (ค) ภาพการใส่ท่อก่อนทำการใส่กาว (ง) การฉายแสง UV จากกล้องจุลทรรศน์เพื่อให้กาวแข็งตัว (จ) การฉายแสง UV เข้าที่ท่อเพื่อให้กาวแข็งตัว [82]	68
รูปที่ 2.51 (ก) กระบวนการสร้างขั้นบนที่มีพอร์ตด้วยการหล่อ PDMS สำหรับการแทรกท่อ [83] (ข)การสร้างอุปกรณ์เชื่อมต่อท่อด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติที่มีปะเก็นไว้กดแนบกับชิพ [87] (ค) โครงสร้างพอร์ตที่มีอุปกรณ์ SAWs ที่สร้างอากเครื่องพิมพ์สามบิติ [88]	60
รปที่ 2.52 อปกรณ์วงจรนิวเมติกส์ NOR-GATE และหลักการทำงาน [89]	74
้รูปที่ 2.53 แผนภาพแสดงระบบควบคุมแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์กรณีสั่งโดยตรง [6]	75
รูปที่ 2.54 ชุดอุปกรณ์บริการลมสำหรับใช้ในงานทดสอบแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์	76
รูปที่ 2.55 (ก) การวัดระยะกระดกใช้กล้องจุลทรรศน์ร่วมกับสเกลบาร์ [90] (ข) การใช้เลเซอร์ใน การวัดระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ [91]	77

รูปที่ 2.56 (ก) การวัดตำแหน่งการเคลื่อนที่ของเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์โดยการประยุกต์ใช้ไม	
โครมิลเลอร์ [92] (ข) การวัดระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์โดยการใช้กระจกฉากขวา	
ขนาด 45° (ค) ภาพแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ด้านบนและด้านข้าง [6]	78
รูปที่ 2.57 (ก) แอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีหลายขนาด (ข) กราฟการวัดระยะ	
กระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวแมติกส์เทียบกับแรงดันอากาศ	79

รูปที่ 3.1 โครงสร้างชิพสำหรับการทดสอบระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์อย่างง่าย	82
รูปที่ 3.2 กระบวนการสร้างชิ้นงานก่อนการประสานชิ้นงาน	83
รูปที่ 3.3 กระบวนการประสานชิ้นงานเป็นแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สำหรับการทดสอบ	84
รูปที่ 3.4 ลักษณะชิ้นงานในขั้นตอนการสร้างชิ้นงานและประสานชิ้นงาน	85
รูปที่ 3.5 กระบวนการผลิตชั้นควบคุมด้วยวิธีซอฟต์ลิโทกราฟี (Soft Lithography)	86
รูปที่ 3.6 แม่พิมพ์ต้นแบบที่ 1 และชิ้นงานที่ได้	87
รูปที่ 3.7 (ก) ชิ้นงานชั้นควบคุมหลังลอกออกจากแม่พิมพ์ ซึ่งเห็นความหยาบผิวได้ด้วยตาเปล่า	
(ข) ชิ้นงานที่หล่อด้วยแม่พิมพ์ต้นแบบที่ 2 ซึ่งเกิดการโก่งตัวของแม่พิมพ์	88
รูปที่ 3.8 แบบของแม่พิมพ์ต้นแบบที่ 3	90
รูปที่ 3.9 (ก) อุปกรณ์สำหรับแม่พิมพ์ต้นแบบที่ 3 (ข) การวางชิ้นงานสามมิติลงในจานเพาะเชื้อ เพื่อป้องกัน PDMS ไหล (ค) การวางแม่พิมพ์ลงบนภาชนะที่เตรียมไว้ (ง) ชิ้นงานที่จะทำการตัด และลอกชิ้นงานออกด้วยคัตเตอร์ (จ) การตัดเศษ PDMS ออกด้วยกรรไกร (ฉ) การเจาะรูก่อน	
้การนำไปประสานชิ้นงาน	91
รูปที่ 3.10 (ก) ตำแหน่งที่ทำการวัดแม่พิมพ์ (ข) เครื่องวัดความหยาบผิวแบบไม่สัมผัสผิว	
(Alicona- InfiniteFocusSL)	92
รูปที่ 3.11 กระบวนการสร้างชั้นสังเวยและฟิล์มบาง	94
รูปที่ 3.12 (ก) ตำแหน่งที่ตัดชิ้นงานออกสำหรับการวัดความหนาของฟิล์มบางด้วยกล้อง	
จุลทรรศน์ (ข) ตำแหน่งที่ทำการวัดความหนาของฟิล์มบาง	95

รูปที่ 3.13 (ก) การให้ประจุโคโรน่าที่ฟิล์มบางที่มีชั้นสังเวยเป็นเวลา 2 นาที (ข) การให้ประจุโคโร น่าที่ชั้นควบคุมเป็นเวลา 2 นาที (ค) ชิ้นงานที่ได้หลังประสานชิ้นงานวางบนเตาร้อนเพื่อให้การ ประสานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	. 97
รูปที่ 3.14 (ก) การให้ประจุโคโรน่าที่ชั้นควบคุมและฟิล์มบางที่มีชั้นสังเวยชิ้นล่ะ 2 นาที (ข) การ ประสานชิ้นงานทั้ง 2 ชิ้น เข้าด้วยกันและทำการให้ประจุโคโรน่าที่ขอบชิ้นงานก่อนทำการตั้งบน เตาร้อนเพื่อให้การประสานดีขึ้น	. 97
รูปที่ 3.15 ชั้นควบคุมที่ประสานเข้ากับฟิล์มบาง เมื่อทำการล้างชิ้นงานออก เมื่อปล่อยชิ้นงานทิ้ง ไว้ ฟิล์มบางจะดึงให้ชิ้นงานโก่งงอ	. 98
รูปที่ 3.16 (ก) การประสานชั้นควบคุมที่มีความหยาบผิวกับฟิล์มบาง ซึ่งมีช่องว่างใต้ฟิล์ม บางอย่างชัดเจน (ข) ความหนาของชิ้นงานไม่เท่ากันทำให้การประสานฟิล์มบางที่ของทำได้ยาก	. 99
รูปที่ 3.17 (ก) ชิ้นงานหลังการประสานชิ้นงานระหว่างชั้นควบคุมจากแม่พิมพ์ต้นแบบที่ 3 กับ ฟิล์มบาง (ข) ชิ้นงานหลังการประสานชิ้นงานระหว่างชั้นควบคุมจากแม่พิมพ์ต้นแบบที่ 3 กับฟิล์ม บางมาประสานกับกระจกสไลด์และพอร์ตเชื่อมต่อ (ค) ชิพสำหรับการทดสอบระยะกระดกของ แอคชัวเอเตอร์บิวเบติกล์อย่างง่ายที่ต่อกับท่ออบ	100
รูปที่ 3.18 (ก) การล้างชั้นสังเวยด้วยคลื่นอัลตราโซนิคและเตาร้อนตามลำดับ (ข) การล้างชั้น สังเวยด้วยคลื่นอัลตราโซนิคและลอกชิ้นงานด้วยคืมจับชิ้นงาน	100
รูปที่ 3.19 (ก) การล้างชั้นสังเวยด้วยคลื่นอัลตราโซนิคและลอกชิ้นงานด้วยคืมจับชิ้นงาน (ข) การ ล้างชั้นสังเวยพร้อมกันได้หลายชิ้น (ค) การลอกชิ้นงานหลังการประสานออกโดยการใช้คืมจับ ชิ้นงาน	102
CHULALUNGKORN ONIVERSITY	1 U Z

รูปที่ 4.1 (ก) รูปแบบการวางชิ้นงานกับกระจกฉากขวสำหรับการทดสอบการรับภาพจากกล้อง	
จุลทรรศน์(ข) ภาพชิ้นงานที่ตัวกระจกไม่สามารถจับภาพขอบของชิ้นงานได้ (ค) ภาพชิ้นงานที่มี	
การวางกระจกฉากขวาบนชิ้นงาน ซึ่งสามารถเห็นภาพด้านบนและด้านข้างของชิ้นงานได้	.104
รูปที่ 4.2 การพัฒนาแบบโมเดลของอุปกรณ์จับชิ้นงานจับชิ้นงาน	. 105
รูปที่ 4.3 (ก) บริเวณที่ต้องตัดชิ้นงานชั้นควบคุมออกเพื่อให้วางกระจกฉากขวาในเฟรมภาพได้	
(ข) ภาพแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ที่สามารถสะท้อนภาพได้ด้วยกระจกฉากขวาที่เลื่อนเข้ามาใน	
เฟรมภาพได้	. 106

รูปที่ 4.4 (ก) กระบวนการเตรียมชิ้นงานทดสอบและติดตั้งบนอุปกรณ์จับชิ้นงานสำหรับการวัด ระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์บิวเนติกส์ (ข) ชิ้นงานทดสอนที่ติดตั้งบนอุปกรณ์จับชิ้นงานพร้อน
สำหรับการทดสอบการวัดระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์
รูปที่ 4.5 อุปกรณ์นิวเมติกส์สำหรับการทดสอบความแข็งแรงของการเชื่อมประสานอย่างง่าย 107
รูปที่ 4.6 (ก) โครงสร้างชิ้นงานทดสอบแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์หลังจากการประสานชิ้นงานด้วย วิธีการคายประจุโคโรน่า (ข) ชิ้นงานทดสอบแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์หลังจากการประสานชิ้นงาน ด้วยวิธีการคายประจุโคโรน่าเสียหายจากการทดสอบ
รูปที่ 4.7 (ก) โครงสร้างชิ้นงานทดสอบแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สำหรับการวัดระยะกระดก (ข) ชิ้นงานทดสอบแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สำหรับการวัดระยะกระดกเสียหายจากการทดสอบ 108
รูปที่ 4.8 (ก) การวางตำแหน่งเม็ดลูกปืนที่มีความเที่ยงตรงขนาด 3000 ไมครอน ลงบนชิ้นงาน สำหรับการสอบเทียบมิติเรขา (ข) ระยะทำงานสำหรับการวัดชิ้นงานแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์จาก ด้านบนและด้านข้าง
รูปที่ 4.9 (ก) การวัดภาพของเม็ดลูกปืนที่มีความเที่ยงตรงขนาด 3000 ไมครอน จากมุมบน (Top View) เป็นค่าหลักในการอ้างอิง (ข) ค่าที่วัดเม็ดลูกปืนที่มีความเที่ยงตรงขนาด 3000 ไมครอน ได้ จากมุมด้านข้าง (Side View) จะมีความคลาดเคลื่อนและวัดได้ไม่เป็นวงกลม (ค) การสอบเทียบ มิติเรขาเม็ดลูกปืนที่มีความเที่ยงตรงขนาด 3000 ไมครอน กับค่าระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์ นิวเมติกส์ที่มาจากการสอบเทียบมิติเรขา
รูปที่ 5.1 กระบวนการทดลองการหาคุณสมบัติแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์และเวลาที่ใช้ในการ ทดลอง
รูปที่ 5.2 การติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการทดสอบระยะกระดกและความถี่ในการควบคุมแอคชัวเอ เตอร์นิวเมติกส์
รูปที่ 5.3 การติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการทดสอบระยะกระดกโดยการเปลี่ยนแปลงความถี่ในการ ควบคุมแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ด้วยการให้คลื่นสัญญาณสี่เหลี่ยม
รูปที่ 5.4 กระบวนการทดสอบแบบวัฎจักร ทำโดยการติดตั้งชิ้นงานทดสอบแลเวทำการกระตุ้นให้ แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ทำงาน 50000 ครั้ง โดยทำการวัดระยะกระดกตัวเทียบ 3 ช่วงเวลาที่ 0 ครั้ง, 25000 ครั้ง และ 50000 ครั้ง
รูปที่ 5.5 กระบวนการทดสอบผลของการติดตั้งที่มีผลต่อระยะกระดกตัวของแอคชัวเอเตอร์นิวเม ติกส์ โดยใช้ชิ้นงานตัวเดียวกัน

รูปที่ 5.19 (ก) ระยะกระดกสูงสุดของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ทดสอบด้วย ความถี่ 1 Hz (ข) ระยะกระดกต่ำสุดของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ทดสอบด้วย ความถี่ 1 Hz	3
รูปที่ 5.20 (ก) ระยะกระดกสูงสุดของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ทดสอบด้วย ความถี่ 5 Hz (ข) ระยะกระดกต่ำสุดของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ทดสอบด้วย ความถี่ 5 Hz)
รูปที่ 5.21 (ก) ระยะกระดกสูงสุดของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ทดสอบด้วย ความถี่ 20 Hz (ข) ระยะกระดกต่ำสุดของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ทดสอบด้วย ความถี่ 20 Hz)
รูปที่ 6.1 (ก) แม่พิมพ์ชั้นของไหลจุลภาคที่สร้างจากเครื่องพิมพ์สามมิติ (ข) แม่พิมพ์ชั้นควบคุมที่ สร้างจากเครื่องพิมพ์สามมิติ (ค) กระบวนการสร้างชิพสำหรับการทดสอบการรั่วไหล	5
รูปที่ 6.2 (ก) ชิพทดสอบการรั่วไหล (ข) พอร์ตเชื่อมต่อของเหลวที่สอดท่อและหยอด PDMS แล้ว 143	}
รูปที่ 6.3 (ก) ภาพตัดขวางชิพสำหรับการทดสอบการรั่วไหลตามแนวช่องทางไหลจุลภาคชั้น ควบคุม (ข) ภาพตัดขวางชิพสำหรับการทดสอบการรั่วไหลตามแนวช่องทางไหลจุลภาคชั้นของ ไหล	1
รูปที่ 6.4 การติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการรั่วไหลของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์	5
รูปที่ 6.5 (ก) การให้ของเหลวใส่สีเข้าไปที่แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ก่อนเกิดการรั่ว (ข) การให้ ของเหลวใส่สีที่มีอัตราการไหลสูงขึ้นเข้าไปที่แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ก่อนหลังการรั่ว	5
รูปที่ 6.6 (ก) ชิพทดสอบการรั่วไหลก่อนการติดตั้ง (ข) การติดตั้งชิพทดสอบการรั่วไหลบนตัวจับ ยึดชิ้นงาน (ค) การติดตั้งชิพทดสอบการรั่วไหลบนตัวจับยึดชิ้นงานบนกล้องจุลทรรศน์ (ง) ภาพ โฟกัสตำแหน่งแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สำหรับการบันทึกวิดิโอ	7
รูปที่ 6.7 ฟิล์มบางบางส่วนในช่องทางไหลจุลภาคติดกับผนังของช่องทางไหล ทำให้ไม่สามารถปิด กั้นของเหลวได้	3
รูปที่ 6.8 แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ทำงานที่แรงดันอากาศ 35 kPa ปิดกั้นช่องทางไหลจุลภาค โดยมีอัตราการไหล 0.5 ml/min (ทดสอบที่ช่องทางไหลด้านบน)	3
รูปที่ 6. 9 แอคซัวเอเตอร์นิวเมติกส์ทำงานที่แรงดันอากาศ 35 kPa ปิดกั้นช่องทางไหลจุลภาค โดยมีอัตราการไหล 1 ml/min (ทดสอบที่ช่องทางไหลด้านบน))

รูปที่ 7.1 การทำงานของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ในห้องสับเปลี่ยน ในขั้นตอนการเตรียมชิพและ
ล้างทำความสะอาดชิพ
รูปที่ 7.2 การทำงานของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ในห้องสับเปลี่ยน ในขั้นตอนการบรรจุเซลล์153
รูปที่ 7.3 การทำงานของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ในห้องสับเปลี่ยน ในขั้นตอนการลดอัตราการ
เหล
รูปที่ 7.4 การทำงานของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ในห้องสับเปลี่ยน ในขั้นตอนการปล่อยเซลล์เข้า
สูสวนเพาะเลยงเซลล
รูปที่ ก.1 โปรไฟล์ชิ้นงานที่มีความหยาบผิว [97]
รูปที่ ก.2 เครื่องวัดความหยาบผิวแบบไม่สัมผัสผิว (Alicona- InfiniteFocusSL)
รูปที่ ก.3 จุดวัดความหยาบผิวของแม่พิมพ์
รูปที่ ก.4 (ซ้าย) ภาพพื้นผิวที่ยังไม่ได้ผ่านการกรองเทียบ (ขวา) ภาพพื้นผิวที่ผ่านการกรองแล้ว 171
รูปที่ ก.5 (ซ้าย) ภาพพื้นผิวจริงที่ยังไม่ได้ผ่านการกรองเทียบ (ขวา) ภาพพื้นผิวจริงที่ผ่านการ
กรองแล้ว
รูปที่ ก.6 (ซ้าย) ภาพพื้นผิวที่ผ่านการกรองที่ต้องลากเส้นโปรไฟล์ 3 ครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ย (ขวา)
ภาพพื้นผิวจริงที่ผ่านการกรองที่ต้องลากเส้นโปรไฟล์ 3 ครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ย
รูปที่ ค.1 การวัดค่าความหนาของฟิล์มบางของชิ้นงานทดสอบที่ 1
รูปที่ ค.2 การวัดค่าความหนาของฟิล์มบางของชิ้นงานทดสอบที่ 2
รูปที่ ค.3 การวัดค่าความหนาของฟิล์มบางของชิ้นงานทดสอบที่ 3

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1.1 แผนภูมิแกนต์ของขั้นตอนดำเนินงานที่สำคัญในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้	4
ตารางที่ 2.1 ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างการเพาะเลี้ยงเซลล์แบบทั่วไปกับการ	
เพาะเลี้ยงเซลล์ด้วยระบบของไหลจุลภาค [13]	9
ตารางที่ 2.2 ตารางแสดงความต้องการพื้นฐานของการเพาะเลี้ยงเซลล์แบบทั่วไปและการ	
เพาะเลี้ยงเซลล์ของระบบของไหลจุลภาค [13]	10
ตารางที่ 2.3 การทบทวนวรรณกรรมของไมโครวาล์ว	14
ตารางที่ 2.4 การทบทวนวรรณกรรมของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์	25
ตารางที่ 2.5 สรุปการทบทวนวรรณกรรมของการใช้งานแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์	27
ตารางที่ 2.6 ตารางแสดงคุณสมบัติพื้นฐานของโพลีไดเมทิลไซโลเซน [40]	35
ตารางที่ 2.7 อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ สำหรับการหล่อชิ้นงานสำหรับการทดสอบแรงดึงและแรงอัด	27
[42]	31
ตารางที่ 2.8 สรุปค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ได้จากการทดสอบ สารผสมPDMS (10:1) โดยอุณหภูมิ	
ในช่วงเวลาการแข็งตัวที่ต่างกัน [42]	38
ตารางที่ 2.9 ตารางเปรียบเทียบเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ [57], [56]	55
ตารางที่ 2.10 การทบทวนวรรณกรรมการทดสอบการเชื่อมประสานชิ้นงาน	62
ตารางที่ 2.11 การทบทวนวรรณกรรมเทคนิคการเชื่อมต่อระบบของไหลจุลภาค	70
ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการวัดความหยาบผิวของแม่พิมพ์	92
ตารางที่ 3.2 ตารางค่าความหนาของฟิล์มบางจากการสร้างฟิล์มบางด้วยเทคนิคการปั่นเหวี่ยงบน	
ชั้นสังเวยที่ทำจาก PVA ด้วยการกำหนดค่าพารามิเตอร์การปั่นเหวี่ยงแบบ 2 จังหวะ	95
ตารางที่ 5.1 ตารางคำนวณหาค่าความไม่แน่นอนจากการวัดจากการติดตั้ง	121

ตารางที่ 5.2 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและค่าความไม่แน่นอนจากการวัดระยะกระดกของแอคชัวเอ
เตอรนวเมตกสขนาด 1500 μm จากการตดตง122
ตารางท 5.3 ตารางแสดงคาเฉลยและคาความเมแนนอนจากการวดระยะกระดกของแอคชวเอ เตอร์นิวเมติกส์ขนาด 2000 µm จากการติดตั้ง
ตารางที่ 5.4 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและค่าความไม่แน่นอนจากการวัดระยะกระดกของแอคชัวเอ
เตอรนวเมตกสขนาด 2500 μm จำการารดดดดง
ตารางท 5.5 ตารางคานวณหาคาความเมแนนอนจากการวดจากการผลต
ตารางที่ 5.6 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและค่าความไม่แน่นอนจากการวัดระยะกระดกของแอคชั่วเอ เตอร์นิวเมติกส์ขนาด 1500 µm จากกระบวนการผลิต
ตารางที่ 5.7 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและค่าความไม่แน่นอนจากการวัดระยะกระดกของแอคชัวเอ เตอร์นิวเมติกส์ขนาด 2000 µm จากกระบวนการผลิต
ตารางที่ 5.8 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและค่าความไม่แน่นอนจากการวัดระยะกระดกของแอคชัวเอ เตอร์นิวเมติกส์ขนาด 2500 µm จากกระบวนการผลิต
ตารางที่ 5.9 ตารางคำนวณหาค่าความไม่แน่นอนจากการวัดจากการทดสอบวัฎจักร
ตารางที่ 5.10 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและค่าความไม่แน่นอนจากการวัดระยะกระดกของแอคชัวเอ เตอร์นิวเมติกส์ขนาด 1500 µm จากการทดสอบวัฎจักร
ตารางที่ 5.11 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและค่าความไม่แน่นอนจากการวัดระยะกระดกของแอคชัวเอ เตอร์นิวเมติกส์ขนาด 2000 μm จากการทดสอบวัฎจักร
ตารางที่ 5.12 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและค่าความไม่แน่นอนจากการวัดระยะกระดกของแอคชัวเอ เตอร์นิวเมติกส์ขนาด 2500 µm จากการทดสอบวัฎจักร
ตารางที่ 5.13 ตารางคำนวณหาค่าความไม่แน่นอนจากการวัดจากผลของความถี่
ตารางที่ 5.14 ตารางระยะกระดกสูงสุดและต่ำสุดของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ที่ควบคุมด้วย ความถี่ 1 Hz
ตารางที่ 5.15 ตารางระยะกระดกสูงสุดและต่ำสุดของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ที่ควบคุมด้วย ความถี่ 5 Hz
ตารางที่ 5.16 ตารางระยะกระดกสูงสุดและต่ำสุดของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ที่ควบคุมด้วย ความถี่ 20 Hz

ตารางที่ ก.1 ค่าพารามิเตอร์ของเลนส์ใกล้วัตถุ 10X และ 50X	. 168
ตารางที่ ก.2 การเลือกใช้ระยะ Cut Off Length (Lc) กับช่วงค่าความหยาบผิว และระยะการ	
ลากโปรไฟล์วัดค่าตาม ISO 4288-1996	. 169
ตารางที่ ก.3 ตารางบันทึกภาพและการวัดค่าความหยาบผิวของแม่พิมพ์ที่ 1 จุด A	. 173
ตารางที่ ก.4 ตารางบันทึกภาพและการวัดค่าความหยาบผิวของแม่พิมพ์ที่ 1 จุด B	. 174
ตารางที่ ก.5 ตารางบันทึกภาพและการวัดค่าความหยาบผิวของแม่พิมพ์ที่ 2 จุด A	. 175
ตารางที่ ก.6 ตารางบันทึกภาพและการวัดค่าความหยาบผิวของแม่พิมพ์ที่ 2 จุด B	. 176
ตารางที่ ก.7 ตารางบันทึกภาพและการวัดค่าความหยาบผิวของแม่พิมพ์ที่ 3 จุด A	. 177
ตารางที่ ก.8 ตารางบันทึกภาพและการวัดค่าความหยาบผิวของแม่พิมพ์ที่ 3 จุด B	. 178
ตารางที่ ก.9 ตารางบันทึกภาพและการวัดค่าความหยาบผิวของแม่พิมพ์ที่ 4 จุด A	. 179
ตารางที่ ก.10 ตารางบันทึกภาพและการวัดค่าความหยาบผิวของแม่พิมพ์ที่ 4 จุด B	. 180

ตารางที่ ข.1 ตารางบันทึกระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1500	400
µm ของชนงานท 1	. 182
ตารางท ข.2 ตารางบนทกระยะกระดกของแอคชวเอเตอรนวเมตกสสเหลยมจตุรส ขนาด 2000 µm ของชิ้นงานที่ 1	183
ตารางที่ ข.3 ตารางบันทึกระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2500	
µm ของชิ้นงานที่ 1	. 184
ตารางที่ ข.4 ตารางบันทึกระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1500 um ของชิ้นงานที่ 2	185
์ ตารางที่ ข.5 ตารางบันทึกระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2000	
µm ของชิ้นงานที่ 2	. 186
ตารางที่ ข.6 ตารางบันทึกระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2500	
µm ของชินงานที่ 2	. 187

ตารางที่ ข.7 ตารางบันทึกระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1500 µm ของชิ้นงานที่ 3 ทดลองครั้งที่ 1
ตารางที่ ข.8 ตารางบันทึกระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2000 µm ของชิ้นงานที่ 3 ทดลองครั้งที่ 1
ตารางที่ ข.9 ตารางบันทึกระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2500 µm ของชิ้นงานที่ 3 ทดลองครั้งที่ 1
ตารางที่ ข.10 ตารางบันทึกระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1500 µm ของชิ้นงานที่ 3 ทดลองครั้งที่ 2
ตารางที่ ข.11 ตารางบันทึกระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2000 µm ของชิ้นงานที่ 3 ทดลองครั้งที่ 2
ตารางที่ ข.12 ตารางบันทึกระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2500 µm ของชิ้นงานที่ 3 ทดลองครั้งที่ 2
ตารางที่ ข.13 ตารางบันทึกระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1500 µm ของชิ้นงานที่ 4
ตารางที่ ข.14 ตารางบันทึกระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2000 µm ของชิ้นงานที่ 4
ตารางที่ ข.15 ตารางบันทึกระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2500 µm ของชิ้นงานที่ 4
ตารางที่ ข.16 ตารางบันทึกระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1500 µm ของชิ้นงานที่ 5
ตารางที่ ข.17 ตารางบันทึกระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2000 µm ของชิ้นงานที่ 5
ตารางที่ ข.18 ตารางบันทึกระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2500 µm ของชิ้นงานที่ 5
ตารางที่ ข.19 ตารางบันทึกระยะกระดกเฉลี่ยของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1500 μm ของชิ้นงานที่ 1-5 โดยแยก 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาก่อนการให้สัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยม

ช่วงเวลาหลังการให้สัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยม 25000 ครั้ง และช่วงเวลาหลังการให้สัญญาณคลื่น สี่เหลี่ยม 50000 ครั้ง	0
ตารางที่ ข.20 ตารางบันทึกระยะกระดกเฉลี่ยของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2000 µm ของชิ้นงานที่ 1-5 โดยแยก 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาก่อนการให้สัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยม ช่วงเวลาหลังการให้สัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยม 25000 ครั้ง และช่วงเวลาหลังการให้สัญญาณคลื่น สี่เหลี่ยม 50000 ครั้ง	1
ตารางที่ ข.21 ตารางบันทึกระยะกระดกเฉลี่ยของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2500 µm ของชิ้นงานที่ 1-5 โดยแยก 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาก่อนการให้สัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยม ช่วงเวลาหลังการให้สัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยม 25000 ครั้ง และช่วงเวลาหลังการให้สัญญาณคลื่น	
สีเหลียม 50000 ครั้ง	2
ตารางที่ ข.22 ตารางวิเคราะห์ผลระยะกระดกเฉลี่ยของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1500 µm ที่เกิดจากการใช้งานในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อทดสอบวัฎจักร	3
ตารางที่ ข.23 ตารางวิเคราะห์ผลระยะกระดกเฉลี่ยของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2000 µm ที่เกิดจากการใช้งานในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อทดสอบวัฎจักร	4
ตารางที่ ข.24 ตารางวิเคราะห์ผลระยะกระดกเฉลี่ยของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2500 µm ที่เกิดจากการใช้งานในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อทุดสอบวัฎจักร	5
ตารางที่ ข.25 ตารางการวิเคราะห์ผลระยะกระดกเฉลี่ยของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยม จัตุรัส ขนาด 1500 µm ที่เกิดจากการสร้างชิ้นงานของตัวอย่างที่ 1-5	6
ตารางที่ ข.26 ตารางการวิเคราะห์ผลระยะกระดกเฉลี่ยของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยม จัตุรัส ขนาด 2000 µm ที่เกิดจากการสร้างชิ้นงานของตัวอย่างที่ 1-5	7
ตารางที่ ข. 27 ตารางการวิเคราะห์ผลระยะกระดกเฉลี่ยของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยม จัตุรัส ขนาด 2500 µm ที่เกิดจากการสร้างชิ้นงานของตัวอย่างที่ 1-5	8

a .	ยส ยเ	916	
ตารางท่ ค 1	ตารางบนทักการวดคาคว	าบหมาของฟิลบบาง	212
· · · · · · · · · · · · · · · ·			······································

บทที่ 1 บทน้ำ

บทที่ 1 จะเป็นส่วนสำคัญที่บ่งชี้ถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีอยู่ 5 หัวข้อ ตั้งแต่ที่มาและความสำคัญของ การพัฒนาการสร้างและการทดสอบแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานระบบ ช่องทางไหลจุลภาค วัตถุประสงค์แสดงเป้าหมายหลักในการทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีทั้งการศึกษาใน กระบวนการสร้างและการทดสอบแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ ขอบเขตงานวิจัยในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะ เน้นในรูปแบบที่ง่ายต่อการผลิตและมีราคาถูก ซึ่งประโยชน์จากการพัฒนาเทคนิคการสร้างและการ ทดสอบดังกล่าว จะช่วยให้ง่ายต่อการนำแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่างๆของ แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ ในส่วนแผนการดำเนินงานจะแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการดำเนินงานวิจัย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

1.1 ที่มาและความสำคัญ

การเพิ่มขึ้นของประชากรโลกทำให้ราคาทางด้านอาหาร เสื้อผ้า สุขภาพสูงขึ้น ดังนั้นการลด ค่าใช้จ่ายโดยการใช้อุปกรณ์ของไหลจุลภาค ประเภทห้องปฏิบัติการในชิพ (Lab on a Chip) จะช่วย ลดค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ระบบสาธารณสุขโดยรวม ซึ่งอุปกรณ์นี้จะถูกออกแบบให้ราคาถูก ง่ายต่อ การใช้งาน ซึ่งช่วยลดเวลาในการทดลอง ลดตัวอย่างและสารเคมีที่ใช้ [1]

ในปัจจุบันทางห้องปฏิบัติการวิจัยระบบกลไฟฟ้าขนาดจุลภาคและนาโนเทคโนโลยี ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการพัฒนาชิพของไหล จุลภาคสำหรับการคัดแยกเซลล์ ด้วยขนาดโดยใช้ท่อจุลภาครูปร่างขดเกลียวสำหรับการวิจัยมะเร็งใน รูปแบบเซลล์เดี่ยว ซึ่งเป็นการคัดแยกเซลล์โดยใช้แรงยกและแรงดีนที่กระทำต่อเซลล์ โดยเกิดจาก ลักษณะของช่องทางไหลจุลภาคที่ได้ออกแบบไว้ โดยที่มีอัตราการไหล 1 มิลลิลิตรต่อนาที [2]

นอกจากนี้ทางที่มวิจัยได้พัฒนาชิพของไหลจุลภาคสำหรับการดักจับเซลล์ ซึ่งได้ออกแบบเป็น หลุมขนาดจุลภาพรูปทรงสามเหลี่ยม โดยเรียงตัวเป็นแถวภายในห้องเพื่อใช้ในการดักจับเซลล์หลังจาก ที่ผ่านส่วนของการคัดแยกเซลล์มาแล้ว โดยใช้อัตราการไหล 0.1 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง [3]

เมื่อพิจารณาในส่วนของการคัดแยกเซลล์และส่วนของการดักจับเซลล์นั้นจะมีอัตราการไหลที่ แตกต่างกันซึ่งเมื่อทำการรวมระบบทั้งหมดภายในชิพของไหลจุลภาคชิพเดียวกัน จะทำให้เกิดปัญหา เพราะหากใช้อัตราการไหล 1 มิลลิลิตรต่อนาที เซลล์จะถูกคัดแยกออกมาจากขดเกลียว แต่ด้วยอัตรา การไหลที่สูงมากจะทำให้เซลล์มีโอกาสถูกดักจับได้น้อย แต่แรกขณะที่ใช้อัตราการไหล 0.1 มิลลิลิตร ต่อชั่วโมงซึ่งด้วยอัตราการไหลที่ต่ำนี้จะทำให้ประสิทธิภาพในการแยกเซลล์นั้นลดลง

ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์บางอย่างเชื่อมต่อระหว่างส่วนของการคัดแยกและส่วนของการ เพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อทำการเปลี่ยนอัตราการไหลของเซลล์ที่จะเข้าสู่ระบบต่อไป

อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ขนาดจุลภาค คือ ไมโครแอคชัวเอเตอร์ (Microactuator) [4] ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงาน เช่น กระแสไฟฟ้า ในการกระตุ้นไมโครแอคชัวเอเตอร์ให้เกิดการ เคลื่อนที่ทางกลหรือของเหลวเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยการเคลื่อนที่กลไกจะเคลื่อนที่ด้วยระยะใน ระดับนาโนเตรถึงมิลลิเมตร ขณะที่แรงที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับนาโนนิวตันถึงมิลลินิวตัน แต่ในขณะที่ ระบบของไหลจุลภาคจะใช้อุปกรณ์ในการจัดการช่องทางไหลจุลภาค

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้เสนอด้วยอุปกรณ์ ไมโครวาล์ว ซึ่งจะทำการกักขังเซลล์ที่มาจากผลของ การคัดแยกเซลล์ ก่อนที่จะทำการปรับความเร็วแล้วปล่อยเข้าสู่ส่วนของการดักจับเซลล์ ซึ่งอุปกรณ์ที่ นำมาใช้ คือ ไมโครแอคชัวเอเตอร์ประเภทไมโครวาล์ว

ไมโครวาล์วนั้นมีหลายประเภท [5] รายการเลือกชนิดที่มีความเหมาะสมกับเซลล์นั้นต้อง คำนึงถึงการใช้งานว่ามีพลังงานหรือสัญญาณ เช่น ความร้อน สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก เป็นต้น ไม่ให้ไปรบกวนเซลล์ซึ่งส่งผลอาจทำให้เกิดเซลล์เกิดการแปรสภาพ กลายพันธุ์ รูปทรงเปลี่ยนไป หรือ อัตราการตายสูงขึ้น จากกรณีที่ไม่มีการใช้พลังงานดังกล่าวในระบบของไหลจุลภาค ดังนั้นการใช้ไม โครวาล์วประเภทนิวเมติกส์หรือแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์โดยใช้ลมเป็นพลังงานภายนอกจะช่วย ป้องกันปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นได้

ปัญหาที่มักพบในการสร้างชิพของไหลจุลภาคที่มีแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ คือ ฟิล์มบาง ความหนาของฟิล์มบางที่มีค่า 25-100 ไมครอน ซึ่งมีความบางและยากต่อการผลิตและการนำไป ประสานชิ้นงาน เพราะฟิล์มบางนั้นไม่สามารถที่จะคงสภาพได้ จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนา กระบวนการผลิตดังกล่าวก่อนนำไปประสานชิ้นงานอื่น ซึ่งจะมีกรณีการสร้างชั้นฟิล์มบางบนแผ่นฟิล์ม สำเร็จรูปบาง ๆ ที่ติดอยู่บนชั้นของไหลจุลภาค ที่มีวัสดุ PMMA [6]

การเลือกใช้อีกวิธีหนึ่งคือ การใช้ชั้นสังเวย ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นชั้นชั่วคราว สำหรับในการสร้าง ชิ้นงานจริง เช่น แปรงนาโน [7] หรือการย้ายโครงสร้างขนาดจุลภาค [8] เป็นต้น การสร้างฟิล์มบาง จำเป็นต้องมีชั้นสังเวย (sacrificial layer) ซึ่งมีหลายชนิดได้แก่ PMMA (Poly(methyl methacrylate)) โดยที่จะละลายในกรดอะซิโตนและ PVA (Polyvinyl alcohol) โดยที่จะละลายใน น้ำ โดยในการเลือกชนิดชั้นสังเวยนั้นได้เลือก PVA มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

ขั้นตอนการสร้างชั้นสังเวย PVA เริ่มจากการสร้างชั้นสังเวย PVA บนแผ่นสเตนเลสที่ขัดเรียบ มาแล้ว หลังจากทำการสร้างชั้นฟิล์มบาง PDMS (Polydimethylsiloxane) บนชั้นสังเวยที่สร้างบน แผ่นสเตนเลสแล้ว เราจะนำไปประสานกับชิ้นงานที่มีของไหลจุลภาคสำหรับลมอัด ซึ่งสร้างมาจากวิธี ซอฟต์ลิโทกราฟี (Soft Lithography) ซึ่งใช้แม่พิมพ์ที่ทำจากเรซิน โดยสร้างจากเทคนิค Stereolithography

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะนำเสนอกระบวนการสร้างแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ที่สามารถผลิตได้ ง่าย ประหยัดและรวดเร็ว ตั้งแต่การเลือกวัสดุ การออกแบบแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ ตลอดจนการ ขั้นตอนการสร้างแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ แล้วจะทำการวัดระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงแรงดันอากาศ โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์ร่วมกับกระจก เพื่อให้เห็นโปร ไฟล์การขยายตัวของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ เพื่อใช้ในการพิจารณาการใช้งานแอคชัวเอเตอร์นิวเม ติกส์ ในงานอื่น ๆ เช่น การแยกขนาด [9] หรือ ไมโครปั๊ม [10] เป็นต้น

คำสำคัญ

นิวเมติกส์ ระบบทางไหลจุลภาค การคัดแยกเซลล์ การเพาะเลี้ยงเซลล์ ไมโครแอคชั่วเอเตอร์

1.2 วัตถุประสงค์

- 1. ศึกษากระบวนการสร้างชิพของไหลจุลภาคและฟิล์มบาง
- 2. ศึกษาผลของขนาดของฟิล์มบางและการเปลี่ยนแปลงแรงดันต่อระยะกระดกของฟิล์มบาง

1.3 ขอบเขตงานวิจัย

นำเสนอวิธีการสร้างแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ด้วยวิธีที่ทำได้ง่ายและรวดเร็ว และทำการ ออกแบบระบบควบคุมนิวเมติกส์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของระยะกระดกของแอคชั่วเอ เตอร์นิวเมติกส์กับแรงดันลม โดยในการสร้างชิพสำหรับการทดสอบระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์ นิวเมติกส์ จะใช้การหล่อ PDMS จากแม่พิมพ์ของเครื่องพิมพ์สามมิติและการสร้างฟิล์มบางด้วย เทคนิคการปั่นเหวี่ยงบนชั้นสังเวย กับการประสานด้วยเทคนิคการกระตุ้นพลาสม่า

การทดสอบจะเริ่มจากการทดสอบความแข็งแรงของการเชื่อมประสานเพื่อหาช่วงแรงดัน อากาศที่สามารถใช้งานได้ แล้วทำการหาระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์เพื่อศึกษาผลที่ เกิดขึ้นทั้งในแง่การติดตั้ง การผลิต และช่วงวัฎจักร หลังจากที่ทดสอบระยะกระดกจะทำการทดสอบ การปิดกั้นของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ในช่องทางไหลจุลภาคโดยการให้อัตราไหลกับของเหลว เพื่อดู อัตราไหลที่สามารถปิดกั้นในช่องทางไหลจุลภาคได้

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เข้าใจวิธีการสร้างแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ในชิพของไหลจุลภาคและสามารถนำแอคชั่วเอ เตอร์นิวเมติกส์ไปประยุกต์ใช้กับงานที่ต้องการได้

1.5 แผนการดำเนินงาน

ในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ สำหรับการทำวิทยานิพนธ์นี้ในรูป แผนภูมิแกนต์ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การศึกษาทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระบบของไหลจุลภาค รูปแบบการสร้างและการใช้งานของไมโครแอคชัวเอเตอร์ เพื่อหารูปแบบการสร้างขึ้นงานทดสอบที่ ง่ายและประหยัดต้นทุนกับเวลา ออกแบบระบบนิเมติกส์และระบบควบคุมเพื่อใช้ในการปรับค่า แรงดันอากาศและรูปแบบสัญญาณในการสั่งวาล์วควบคคุมทิศทาง ตลอดจนการออกแบบการทดลอง ตั้งแต่การทดลองความแข็งแรงของการเชื่อมประสาน การหาระยะกระดกตัว และการทดสอบการปิด กั้นของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ในช่องทางไหลจุลภาคโดยการให้อัตราไหลกับของเหลว สุดท้ายจึงทำ การสรุปและวิเคราะห์ผลการทดลอง โดยพิจารณาผลจากระยะกระดกในแต่ล่ะชิ้นงานทดสอบเทียบ กับค่าพารามิเตอร์ที่ทราบค่าก่อนหน้านี้ โดบขั้นตอนทั้งหมดสามารถสรุปช่วงเวลาการทำงานได้ดัง ตารางที่ 1.1

	2015			2016				
จุหาลงกรณ์ม	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
ศึกษาความรู้พื้นฐานของระบบทางไหล			RSIT	Y				
จุลภาค								
ศึกษาการเพาะเลี้ยงเซลล์								
ศึกษาหลักการสร้างไมโครวาล์ว								
ออกแบบชิ้นงานต้นแบบ								
ออกแบบระบบนิวเมติกส์และระบบควบคุม								
ทำการสร้างชิ้นงานต้นแบบ								
ทำการสร้างระบบทดสอบ								
ทำการทดลอง								
สรุปและวิเคราะห์ผลการทดลอง								

ตารางที่ 1.1 แผนภูมิแกนต์ของขั้นตอนดำเนินงานที่สำคัญในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

บทที่ 2

ปริทรรศน์วรรณกรรม

บทที่ 2 นี้จะเป็นการรวบรวมทฤษฎีและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ โดยได้ทำ การรวบรวมเนื้อหาตั้งแต่รูปแบบของไมโครวาล์วที่มีอยู่ในปัจจุบัน, โครงสร้างและการใช้งานแอคชัวเอ เตอร์นิวเมติกส์, วัสดุที่ใช้ในงานระบบของไหลจุลภาค, เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นงาน, วิธีการสร้างชิ้นงาน, การเชื่อมประสานชิ้นงาน, การทดสอบความแข็งแรงของการเชื่อมประสาน, การ เชื่อมต่อระบบของไหลจุลภาคออกสู่ภายนอก, การควบคุมแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ และเทคนิคการ วัดระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ ซึ่งจะช่วยให้ท่านผู้สนใจนั้นสามารถทำความเข้าใจระบบ ของไหลจุลภาคได้

2.1 ประวัติความเป็นมาของระบบของไหลจุลภาคและระบบเพาะเลี้ยงเซลล์

การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์เริ่มมีมาตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เมื่อ R. Harrison สามารถเพาะเลี้ยงเซลล์จากเอมบริโอของกบได้ ซึ่งในช่วงแรกนี้ส่วนมากจะเป็นการค้นพบ วัสดุที่จะนำมาใช้ทำชิพของไหลจุลภาคกับการทดลองการเพาะเลี้ยงเซลล์ชนิดต่างๆ โดยเริ่มจากการ ค้นพบปฏิกิริยายาทางเคมีของซิลิกอน ต่อมาช่วงปี 1943 บริษัทดอว์คอร์นิ่งพัฒนาสารซิลิกอนสำหรับ การขายเชิงพาณิชย์

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีระบบของไหลจุลภาคในปัจจุบัน เริ่มจากช่วงปี 1955 เทคโนโลยี การผลิตระดับไมครอนด้วยซิลิกอนถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง เมื่อเทคโนโลยีการผลิต วิธีซอฟต์ลิโทกราฟี (Soft Lithography) เกิดจากการประยุกต์วิธีโฟโต้ลิโทกราฟี (Photolithography) เข้ากับวัสดุประเภทโพลิเมอร์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญในการผลิตชิพของไหลจุลภาค ต่อมาช่วงปี 1990 เมื่อมีการแนวคิดการวิเคราะห์ทางเคมีแบบองค์รวม (Micro Total Analysis System - μTAS) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นยุคเรเนซองของระบบของไหลจุลภาคซึ่งเริ่มมีการประยุกต์ใช้ไมโครวาล์ว เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานการเพาะเลี้ยงเซลล์ในชิพของไหลจุลภาคมากขึ้น เป็นผลให้ขอบเขตวิจัย ได้ทวีคูณขึ้นมาเป็นจำนวนมาก

ช่วงปี 1998 เริ่มมีความสนใจในการใช้วัสดุ PDMS มาทำชิ้นงานต้นแบบอย่างรวดเร็ว (Rapid Prototype) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในก้าวสำคัญที่ทำให้การวิจัยด้านระบบของไหลจุลภาคและการเพาะเลี้ยง เซลล์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว [10] ดังรูปที่ 2.1 ความสำคัญของระบบของไหลจุลภาคที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน จาก การทดสอบแบบทั่วไปที่ต้องทำในห้องปฏิบัติการและต้องมีเครื่องมือซึ่งมีราคาสูง มาใช้อุปกรณ์ของ ไหลจุลภาคที่มีต้นทุนที่ถูกกว่า ใช้สารเคมี สารตัวอย่างน้อยกว่า ให้ผลที่ไม่มีค่าเบี่ยงเบน อีกทั้ง อุปกรณ์ของไหลจุลภาคบางชนิด สามารถนำไปใช้ทดสอบหน้างาน หรือจุดที่ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย ได้ (Point of Care) [9]



รูปที่ 2.1 แผนภาพแสดงวิวัฒนาการในการเพาะเลี้ยงเซลล์และระบบของไหลจุลภาคตั้งแต่ช่วงปี 1989-2010 [10]

2.2 ความสำคัญต่อการพัฒนาห้องปฏิบัติการในชิพ

ปัจจัยสำคัญในการออกแบบ คือ ง่ายต่อการผลิต สามารถผลิตได้อย่างรวดเร็ว มีราคาถูกและ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นเป็นแนวทางในการออกแบบซิพของไหล จุลภาค (Microfluidic Chip) ซึ่งโดยปกติจะมีลักษณะงานสำหรับกลุ่มประเทศรายได้ต่ำ 2 กรณี คือ กรณีประเทศที่มีรายได้ต่ำ และทำการทดสอบ ณ จุดผู้ป่วย (Point of Care) เช่น กระดาษทดสอบ Lab on a paper [11] ซึ่งเป็นกรณีที่ใช้ต้นทุนในการผลิตที่ต่ำ และควบคุมระบบการไหลและการ ผสมแบบ passive แต่ในการวิเคราะห์เซลล์จะเป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการ (Centralized) ดังรูป ที่ 2.2 ด้วยการพัฒนาอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการในชิพ (Lab on a Chip) แทนการใช้รูปแบบการทดลอง แบบทั่วไปจะช่วยลดระยะเวลาการทดสอบ การใช้สารและเชื้อตัวอย่าง ซึ่งช่วยลดต้นทุนโดยรวมได้ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทดสอบแบบทั่วไปเป็นการทดสอบโดยใช้ชิพของไหลจุลภาค



รูปที่ 2.2 ภาพแสดงลักษณะการใช้งานในสถานที่ที่ต่างกันกับเงื่อนไขและข้อจำกัดที่ควรพิจารณาร่วม [11]

การวิเคราะห์เซลล์ในปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ การวิเคราะห์แบบมห ภาคหรือการวิเคราะห์จัดกลุ่มประชากร และการวิเคราะห์แบบจุลภาคหรือการวิเคราะห์เซลล์เดียว ซึ่ง มีความแตกต่างกัน โดยการวิเคราะห์จัดกลุ่มประชากรจะเป็นการศึกษากระบวนการเกิดปฏิกิริยา การ วัดค่าทำได้โดยการสุ่มภาพของกลุ่มเซลล์ที่อยู่ในระบบแล้วทำการวัดค่าเป็นตัวแทนกลุ่มประชากรซึ่ง สามารถวัดค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากรได้ เช่น ครึ่งชีวิต, อัตราการเติบโต และการวิเคราะห์เชิงเดี่ยว เป็นการศึกษาพฤติกรรมทางพลวัตของเซลล์เดี่ยว ด้วยการใช้ระบบของไหลจุลภาคในการวิเคราะห์ซึ่ง เป็นการเทียบข้อมูลพลวัตเทียบกับตำแหน่งและเวลา การวิเคราะห์กลศาสตร์เซลล์เดียวและพลวัตที่ เกิดจากการตอบสนองจากเงื่อนไขทางสภาพแวดล้อม ซึ่งสามารถจัดรูปแบบอย่างง่ายดังรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 ภาพแสดงระบบพลวัตของการเลี้ยงเซลล์แบบมหภาค(กลุ่มประชากร)และการเลี้ยงเซลล์ แบบจุลภาค(เซลล์เดี่ยว) [12]

การวิเคราะห์เซลล์เดี่ยวนั้นโดยปกติเราไม่สามารถหยิบหรือจับเซลล์ได้โดยตรงรวมทั้งเซลล์ที่ อยู่ในตัวอย่างที่เก็บมานั้นอาจมีหลายแบบหรือหลายขนาด ดังนั้นเราต้องทำการคัดแยกเซลล์ที่ ต้องการวิเคราะห์ด้วยระบบคัดแยกเซลล์ในระบบของไหลจุลภาค เพื่อทำการคัดแยกเซลล์ที่ต้องการ จากนั้นทำการดักจับเซลล์ที่ต้องการในระบบเพาะเลี้ยงเซลล์เดี่ยว ซึ่งเราจะทำการควบคุม สภาพแวดล้อมให้เซลล์เกิดการเติบโตหรือแปรสภาพ โดยทำการศึกษาระบบพลวัตที่เกิดขึ้น เมื่อเซลล์ เติบโตขึ้นแล้วเพิ่มจำนวนตัวเองหรือเกิดการแปรสภาพก็จะทำการกำจัดออกหรือนำออกมาใช้ต่อดัง รูปที่ 2.4



รูปที่ 2.4 ภาพแสดงช่วงเวลาสำหรับการวิเคราะห์เซลล์เดี่ยวโดยเริ่มจากกลุ่มประชากรจนถึงตอน หลังจากเพาะเลี้ยงเซลล์ [12] การสร้างระบบของไหนจุลภาคเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์เซลล์เดี่ยว โดยที่สามารถจำลอง สภาพแวดล้อมได้โดยการควบคุมค่าพารามิเตอร์และศึกษาการตอบสนองของเซลล์ต่อสภาพแวดล้อม ที่เกิดขึ้น ซึ่งเมื่อทำการเปรียบเทียบระบบการเพาะเลี้ยงเซลล์แบบทั่วไปหรือแบบกลุ่มประชากร เทียบ กับการเพาะเลี้ยงเซลล์ในระบบของไหลจุลภาคหรือเซลล์เดี่ยว สามารถเปรียบเทียบข้อแตกต่างได้ดัง ตารางที่ 2.1 และตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.1 ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างการเพาะเลี้ยงเซลล์แบบทั่วไปกับการเพาะเลี้ยง เซลล์ด้วยระบบของไหลจุลภาค [13]

	การเพาะเลี้ยงเซลล์แบบ	การเพาะเลี้ยงเซลล์ของระบบของไหลจุลภาค					
	ทั่วไป						
การติดต่อกับ							
สภาพแวดล้อม	Ile (Open well)	le (Classed Systems)					
ภายนอก	Copen wett)	un (closed systems)					
(confinement)	A Q A						
ວງຮອງພອມສາຢສ	ปี ^ม ี่ 2225 ออยู่หมุ่ม	ทำได้ดีกว่าอยู่ที่การออกแบบระบบ ให้					
ก เวต เบตุ่มสเบซ	รมูกกุ แผกกิ่มเพชง	สามารถเพาะเลี้ยงแบบสามมิติได้					
การควบคุมของไหล	ในใช้อาเสียง สายแต่ได้ atatia	มีความต้องการสูง (laminar flow,					
	เมงแบน ระบบเบน static	perfusion , etc.)					
สิ่งเร้าทางกายภาพ	แทบจะไม่มี	มีโอกาสเกิดได้ เช่น shear force, stiffness					
การใช้ข้อมูลในการ วิเคราะห์	ต้องใช้ข้อมูลในปริมาณที่มาก	กอาลอ ใช้ต้อนอใบปริบาณที่บ้อยกว่า เพราะ เป็นการ					
	เพราะเป็นการวิเคราะห์แบบ	วิเคราะห์เซลล์เดี่ยว					
	กลุ่มประชากร						
การอ่านค่า	มีข้อจำกัดในการอ่านค่า	สามารถนำเซนเซอร์เข้าไปตรวจวัดในระบบได้					
การใช้สารเคมีและ	ใช้ในปริมาณมาก	ใช้ในปริมาณที่น้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับ					
เซลล์ตัวอย่าง		วิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์แบบทั่วไป					
การทำแบบคู่ขนาน		สามารถทำได้ เช่นกรณี microarray ที่ทำ					
และการประยุกต์ใช้	เป็นไปไม่ได้	แบบคู่ขนานแล้วประยุกต์ระบบเซนเซอร์หรือ					
งานกับระบบอื่น		อุปกรณ์บางชนิดให้ทำงานที่ซับซ้อนได้					
ตารางที่ 2.2 ตารางแสดงความต้องการพื้นฐานของการเพาะเลี้ยงเซลล์แบบทั่วไปและการเพาะเลี้ยง เซลล์ของระบบของไหลจุลภาค [13]

ความต้องการ	การเพาะเลี้ยงเซลล์แบบ	การเพาะเลี้ยงเซลล์ของระบบของไหลจุลภาค		
	ทั่วไป			
สามารถใช้งาน				
ร่วมกับหุ่นยนต์ที่	<u>ب</u> ۹ و	٩.٠٩.٧		
ทำงานระบบ	61 171 13 EI MI 1 PAI	MU M 1381NI 1981		
อัตโนมัติได้หรือไม่				
การควบคุมอุณหภูมิ	ด้วยปริมาตรที่มากช่วย	ด้วยเปริ่มวุตรที่ม้วย ว่าเป็นต้อ เมื่อวรดวนดน		
และก๊าซ	ป้องกันการเปลี่ยนแปลง	รพราช เชกออน โม 10 การา เมา 1 เกิด สายการเขา 1 เกิดส์ท		
	อย่างรวดเร็ว	15 DD MU 101		
การเพิ่มสารอาหาร	ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย , ทำการ	นี้การความคนอย่างแม่นยำ ต้องนี้การป้อง		
และการระบายของ	เปลี่ยนด้วยมือในปริมาณที่	มการคากระหน่าวเรื่อง		
เสีย	มาก	ส เวละส เยแบบตอเนอง		
การกระตุ้นด้วยยา				
หรือโปรตีน และ	ส่วนขวอเป็นในไม่ได้	เข้าไปได้		
สังเกตุการณ์ไป	01107 1110 110 110 110 110 110 110 110 1	เป็นเป็เต		
พร้อมกัน				
การทดสอบเซลล์	เป็นไปไม่ได้ (เซลล์อยู่จำนวน	สานารถทำได้ในเริ่มเวณที่สา		
แบบคู่ขนาน	มากในระบบ)	1 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19		
การใช้ระบบ	ต้องใช้รห่ง แบบต์อยุเวดใหญ่ที่บี	INERSITY สายารถใช้ระบบเอ้ตโบบัติที่บี่ประสิทธิกาพใบ		
อัตโนมัติในการ	ทยงเขทุนอนต่อน เทเทญทม รวดวสุขั้นธรรดวาคม	ย เห เรเกรอกกุณะหานุพทุกรอบแกรเ เพยห เ		
เพาะเลี้ยงเซลล์	 1.1. เย็มคตา 1 1 แก่ 1 กแ้ท 	9 ILI INI PATPENNA PAI		
การจัดการและการ	ทำการทดลองด้วยตนเอง ค่า			
วิเคราะห์เซลล์เดี่ยว	มีความเที่ยงตรงต่ำ และทำ	ค่ามีความเที่ยงตรง และทำการทดลองได้มาก		
	การทดลองได้น้อย			

ทางห้องห้องปฏิบัติการวิจัยระบบกลไฟฟ้าขนาดจุลภาคและนาโนเทคโนโลยี ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำการวิจัยการวิเคราะห์เซลล์ เดี่ยวของเม็ดเลือดขาว ซึ่งมีในส่วนการคัดแยกเซลล์ด้วยอุปกรณ์ท่อขดแบบเกลียว เป็นการคัดแยก เซลล์หลากหลายขนาดให้ได้ช่วงของขนาดเซลล์เดี่ยวที่ต้องการ โดยไม่ใช้แรงภายนอกมากระทำเพื่อ หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสมบัติของเซลล์มะเร็ง การออกแบบใช้ประโยชน์จากแรงยกและแรงของ ดีนกระทำต่ออนุภาคขนาดต่างๆ ซึ่งมีความแตกต่างกันตามขนาดของอนุภาค มีอัตราการไหล 1.0 มิลลิลิตรต่อนาที [2] ดังรูปที่ 2.5ก และส่วนการเพาะเลี้ยงเซลล์เดี่ยวในหลุมรูปทรงสามเหลี่ยมขนาด จุลภาค สามารถดักจับเซลล์และทำการเพาะเลี้ยงเซลล์ในหลุมรูปทรงสามเหลี่ยมขนาดจุลภาคได้ ซึ่ง ใช้อัตราการไหล 0.1 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง [3] ดังรูปที่ 2.5 ข



รูปที่ 2.5 (ก) อุปกรณ์การคัดแยกเซลล์แบบท่อขดเกลียว (ข) อุปกรณ์ดักจับเซลล์ด้วยหลุมรูปทรง สามเหลี่ยมขนาดจุลภาค

อัตราการไหลที่ใช้ในในอุปกรณ์ทั้ง 2 นี้มีความเร็วต่างกันมาก เมื่อประกอบในห้องปฏิบัติการ ในชิพเดียวกันนั้น จำเป็นต้องมีอุปกรณ์บางอย่าง เพื่อทำให้อัตราการไหลที่ใช้ในแต่ล่ะส่วนที่ต่างกันนั้น สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น จึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์คั่นกลางระหว่างส่วนการคัดแยกเซลล์และส่วน ในการดักจับเซลล์เพื่อทำการลดอัตราการไหลดังรูปที่ 2.6



รูปที่ 2.6 องค์ประกอบของระบบของไหลจุลภาคภายในห้องปฏิบัติการในซิพ

เซลล์หรือไมโครบีดส์จะถูกฉีดเข้าทางอินเล็ท 1 ซึ่งจะมีขนาดของเซลล์หลายขนาด จึงต้องทำ การคัดแยกขยาดในส่วนของระบบการคัดแยกเซลล์ เพื่อให้เซลล์ที่เราจะนำไปเพาะเลี้ยงนั่นมีขนาด และคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกัน เมื่อเซลล์ไหลไปที่ห้อง (Chamber) ที่มีชุดแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์อยู่ 4 จุด (แถบสีฟ้าคือช่องทางไหลสำหรับลมอัดในส่วนที่วงกลมสีแดงคือตำแหน่งของแอคชัวเอเตอร์นิวเม ติกส์) เซลล์ที่ผ่านการคัดแยกมาแล้วจะถูกขังไว้ เนื่องจากในระบบการฉีดแบบพาสซีฟ (Passive) จึง ต้องออกแบบห้องไว้สำหรับพักเซลล์ก่อนทำการเปลี่ยนอัตราไหลด้วยทางเข้าอินเล็ท 2 ซึ่งจะพาเซลล์ ไปยังหลุม ในส่วนของการเพาะเลี้ยงเซลล์ เพื่อทำการเพาะเลี้ยงและเมื่อเวลาผ่านไปจึงทำการ ตรวจสอบเซลล์ต่อไป

การทำงานของอุปกรณ์ดังกล่าวนั้น ต้องการระบบการไหลที่ราบเรียบเพื่อให้เซลล์สามารถคัด แยกขนาดด้วยระบบคัดแยกที่อาศัยแรงที่เกิดขึ้นระหว่างเซลล์หรือไมโครบีดส์ กับโครงสร้างใน ช่องทางไหลจุลภาค และระบบควบคุมแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ เพื่อใช้ในการเปลี่ยนอัตราการไหล ระหว่างส่วนการคัดแยกเซลล์และส่วนการดักจับเซลล์

2.3 ไมโครวาล์ว

ไมโครวาล์วคือ ไมโครแอคชั่วเอเตอร์ (Microactuator) ประเภทหนึ่งที่ใช้ในการจัดการระบบ ของไหลจุลภาค เป็นอุปกรณ์ที่เริ่มใช้ช่วงปี 1990 ในการแนวคิดการวิเคราะห์ทางเคมีแบบองค์รวม (Micro Total Analysis System - µTAS) [10] ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่สามารถ สั่งงานจากภายนอก ทำให้เพิ่มขีดความสามารถในการใช้งานชิพของไหลจุลภาคมากขึ้น

2.3.1 หน้าที่ของไมโครวาล์ว

ไมโครวาล์วเป็นหนึ่งในอุปกรณ์พื้นฐานที่อยู่ในระบบของไหลจุลภาค สำหรับการจัดการการ ไหลของของเหลวในระบบของไหลจุลภาค [14] ซึ่งไมโครวาล์วมีอยู่ 2 ประเภทหลักๆ คือ

1. แอคทีฟไมโครวาล์ว (Active Microvalve)

เป็นไมโครวาล์วที่ใช้พลังงานภายนอกในการทำให้ไมโครวาล์วทำงาน ทั้งกรณีการใช้พลังงาน ไฟฟ้า, สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก เพื่อทำให้อุปกรณ์ที่ติดอยู่กับฟิล์มบางเกิดการเปลี่ยนสภาพ กรณีการใช้พลังงานภายนอกในการเปลี่ยนลักษณะของไหลหรือของแข็งที่ติดอยุ่กับฟิล์มบางให้ เกิดการเปลี่ยนสภาพ และกรณีการใช้พลังงานภายนอก เช่น นิวเมติกส์ในการเข้าไปดันฟิล์มบาง โดยตรง

2. พาสซีฟไมโครวาล์ว (Passive Microvalve)

เป็นไมโครวาล์วที่ใช้พลังงานภายในชิพของไหลจุลภาคในการทำงาน เช่น เช็ควาล์ว (Check Valve) เป็นไมโครวาล์วการไหลแบบเดินหน้า Forward โดยใช้ทิศการไหลของของไหลในช่องทาง ไหลจุลภาคในการควบคุมทิศทาง

2.3.2 การทบทวนวรรณกรรมของไมโครวาล์ว

การทบทวนวรรณกรรมของไมโครวาล์วเป็นการรวบรวมรูปแบบของไมโครวาล์วประเภท ต่างๆ ซึ่งมีทั้งแอคทีฟไมโครวาล์ว (Active Microvalve) และพาสซีฟไมโครวาล์ว (Passive Microvalve) สามารถแบ่งรูปแบบย่อย ๆ ได้ดังตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 การทบทวนวรรณกรรมของไมโครวาล์ว

ผู้แต่ง	หลักการทำงาน	ประเภทของไมโครวาล์ว [5]		
Zheng, Dai and Hongkai, 2009 Wu [15]	Active-Mechanical	 ใช้สกรูกดท่อที่บรรจุน้ำอยู่ภายในห้องปิดให้ดัน ฟิล์มบางไปปิดช่องทางไหลจุลภาค		
Brett, Zhao et al. 2011 [16]	Active-Mechanical	ใช้แท่งสเตนเลสขนาด 1.6 mm. หุ้มปลาย PDMS ในการปิดช่องทางไหลจุลภาคโดยการเลื่อนแท่งส เตนเลส		
Chen, Chen et al. 2011 [17]	Active-Magnetic	ใช้แม่เหล็กถาวรวางบนแผ่นรอง PMMA ด้านบน เพื่อกดให้ปิดช่องทางไหลจุลภาค โดยที่ด้านล่าง ของชิพจะอยู่ติดกับแผ่นโลหะ		
Casals-Terré, Duch et al. 2008 [18]	Active-Magnetic	การใช้แม่เหล็กถาวรในการดึงชั้น Co-Ni ในการ เปิดหรือปิดไมโครวาล์ว		
Pitchaimani, Sapp et al. 2009 [19]	Active - Thermopneumatic	ใช้อุปกรณ์ให้ความร้อนให้กับชั้นของเหลวที่ไวต่อ ความร้อนให้ขยายตัว โดยการดันฟิล์มบางขึ้นไป ปิดช่องทางไหลจุลภาค		
Khoshmanesh, Almansouri et al. 2015 [20]	Active-Bubble hydrodynamic	ใช้อุปกรณ์ควบคุมเข็มฉีดยาให้ดันฟองอากาศที่อยู่ ในช่องทางไหลจุลภาค ไปขวางกั้นช่องทางไหล		
Yang and Lin 2007 [21]	Active-Phase	ใช้อุปกรณ์นิวเมติกส์ดันลมอัดไปที่พาราฟินให้ไป ดันฟิล์มบางลงไปปิดช่องทางไหลจุลภาค		
Desai, Tice et al. 2012 [22]	Active - Electrostatic	ฟิล์มบางจะติดกับชั้นตัวนำซึ่งเป็นอิเล็กโทรดที่ สามารถเคลื่อนที่ได้ อิเล็กโทรดอีกตัวถูกฝังใต้ ช่องทางไหลจุลภาค เมื่อทำการจ่ายแรงดันไฟฟ้า จะทำให้ฟิล์มบางที่ถูกดึงด้วยชั้นตัวนำจะเคลื่อนที่ เข้าใกล้อิเล็กโทรดอีกตัวที่ถูกตรึงตำแหน่งไว้		

ตารางที่ 2.3 การทบทวนวรรณกรรมของไมโครวาล์ว (ต่อ)

ผู้แต่ง	หลักการทำงาน	ประเภทของไมโครวาล์ว [5]		
		อิเล็กโทรด 2 แท่ง สร้างจาก Carbon Nanotube		
Tico Bassott at al	Active - Electrostatic	จะมีอิเล็กโทรดตัวหนึ่งฝังใต้ช่องทางไหลจุลภาค		
		อีกตัวหนึ่งจะถูกผังในฟิล์มบาง เมื่อทำการจ่าย		
2013 [23]		แรงดันไฟฟ้าจะทำให้ฟิล์มบางเคลื่อนที่ปิดช่องทาง		
		ไหลจุลภาค		
		เมื่อทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังขดลวด		
Cui and Dan 2011	Active – Thermal	อะลูมิเนียมทีพันรอบโลหะจำรูป Shape Memory		
	– Shape Memory	Alloy - SMA ให้เคลื่อนที่โดยจะไปดันหรือดึง		
[24]	Alloy	ผนังด้านข้างช่องทางไหลจุลภาค ให้ไปปิดหรือเปิด		
		ช่องทางไหลจุลภาค		
Lesher- Perez,	Descine Charles	ใช้เครื่องปั้มดันเข็มฉีดยา 2 เข็มที่มีขนาดต่างกัน		
Weerappuli et al.	Passive – Check	โดยของเหลวที่ไหลผ่าน check valve จะเป็น		
2014 [25]	valve	อัตราส่วนต่อกัน		
Gorkin, Park et al.	Dessive Casillan	ควบคุมการไหลของของเหลวโดยใช้แรงสู่		
2010 [26]	Passive - Capillary	ศูนย์กลาง (centripetal force)		

2.3.3 รูปแบบของไมโครวาล์ว่าองกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปแบบของไมโครวาล์วตามการใช้งานจะมีอยู่ 2 รูปแบบใหญ่ๆ ตามที่กลล่าวมาในขั้นต้น คือ แอคทีฟไมโครวาล์ว (Active Microvalve) เป็นไมโครวาล์วที่ใช้พลังงานภายนอกในการทำให้ไมโคร วาล์วทำงาน และพาสซีฟไมโครวาล์ว (Passive Microvalve) เป็นไมโครวาล์วที่ใช้พลังงานภายในชิพ ของไหลจุลภาคในการทำงาน โดยสามารถแบ่งประเภทย่อย ๆ จากรูปแบบการทำงานของไมโครวาล์ว ที่แตกต่างกัน เช่น

(1) แอคทีฟไมโครวาล์วแบบการใช้แรงทางกล

แอคทีฟไมโครวาล์วแบบใช้แรงทางกล คือการใช้อุปกรณ์ทางกลบางอย่างในการปิดช่องทาง ไหล เช่น การใช้สกรูในการดันของเหลวในห้องปิด ซึ่งของเหลวในห้องปิดโดยการไปดันฟิล์มบางไปปิด ช่องทางไหลจุลภาคได้ [15] (รูปที่ 2.7ก) โดยสกรูจะถูกยึดกับแผ่นอะคลิลิค ที่บริเวณปลายสกรูจะอยู่ ในชั้น PDMS การเปิดปิดช่องทางไหลจุลภาคทำได้โดยการไขสกรู หรือจะเป็นการใช้แท่งสเตนเลส ขนาด 1.6 mm. ที่หุ้มปลายด้วย PDMS ในการเลื่อนปิดช่องทางไหลจุลภาค [16] (รูปที่ 2.7ข) ซึ่งล้วน เป็นวิธีที่ง่ายต่อการสร้างและราคาถูก



รูปที่ 2.7 (ก) การใช้สกรูในการดันของเหลวในห้องปิดไปดันฟิล์มบางปิดช่องทางไหลจุลภาค [15] (ข) การใช้แท่งที่ปลายหุ้ม PDMS ปิดช่องทางไหลจุลภาค [16]

(2) แอคทีฟไมโครวาล์ว แบบสนามแม่เหล็ก

แอคทีฟวาล์วที่ใช้สนามแม่เหล็กในการเปิดหรือปิดไมโครวาล์วสามารถทำได้โดยที่ฟิล์มบาง หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการขวางกั้นช่องทางไหลจุลภาคจะต้องมีความเป็นแม่เหล็ก ซึ่งเมื่อได้รับ สนามแม่เหล็กจากสนามแม่เหล็กหรือแม่เหล็กถาวรฟิล์มบางหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการขวางกั้นช่องทาง ไหลจุลภาคจะเกิดการเคลื่อนที่ไปปิดช่องทางไหลจุลภาค เมื่อทำการคลายสนามแม่เหล็ก ฟิล์มบาง หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการขวางกั้นช่องทางไหลจุลภาคจะเคลื่อนที่กลับสู่ตำแหน่งเดิม เช่น การใช้ แม่เหล็กถาวรในการควบคุมช่องทางไหลจุลภาค [17] (รูปที่ 2.8ก) สามารถทำได้โดยการใช้อุปกรณ์ 5 ส่วน ด้วยกัน คือ ชั้นของไหล, กระจก, แผ่นรองอะคลิลิค, แผ่นโลหะ และแม่เหล็กถาวร โดยทำการ สร้างระบบช่องทางไหลจุลภาคโดยการประสานชั้นของไหลกับกระจกก่อน จากนั้นให้ทำการวางแผ่น โลหะด้านล่างและวางแผ่นรองอะคลิลิคในบริเวณที่ต้องการเป็นไมโครวาล์ว จากนั้นเมื่อต้องการปิด ช่องทางไหลจุลภาคให้นำแม่เหล็กถาวรมาวางที่ตำแหน่งแผ่นรองอะคลิลิค ให้ไปกดปิดช่องท่างไหล จุลภาค หรือจะเป็นการใช้ชั้นฟิล์มบางที่ปลูกชั้น Co-Ni [18] (รูปที่ 2.8ข) ซึ่งชั้น PDMS ทั้ง 2 ชิ้นจะมี ช่องในการดันแม่เหล็กถาวรให้เข้าไปที่ตำแหน่งไมโครวาล์วโดยใช้แม่เหล็กถาวรในการเปิดหรือปิด ช่องทางไหลจุลภาค



รูปที่ 2.8 (ก) ภาพอุปกรณ์ที่สำคัญของไมโครวาล์ว การใช้แม่เหล็กถาวรกดแผ่นรองอะคลิลิคให้ปิด ช่องทางไหลจุลภาค [17] (ข) ลักษณะของโครงสร้างไมโครวาล์วที่ใช้แม่เหล็กถาวร การทำงานของไม โครวาล์วเมื่อต้องการเปิดหรือปิดไมโครวาล์ว [18]

(3) แอคทีฟไมโครวาล์ว แบบความร้อน

การใช้ของเหลวที่ไวต่อความร้อนที่อยู่บริเวณที่ต้องการเปิดหรือปิดช่องทางไหลจุลภาค สามารถทำได้โดยการให้พลังงานภายนอกเช่นความร้อนเพื่อให้ของเหลวที่ไวต่อความร้อนเกิดการแล้ว สารดังกล่าวจะไปดันฟิล์มบางเพื่อปิดช่องทางไหลจุลภาค เช่น การใช้ของเหลวดันฟิล์มบางให้ไปปิด ช่องทางไหลจุลภาค โดยการใช้กระแสไฟฟ้าจ่ายไปที่ตัวทำความร้อนให้ของเหลว 3M Fluorinert FC40 ที่มีจุดเดือด : 155 C° ให้เกิดการขยายตัวไปดันฟิล์มบางไปปิดช่องทางไหลจุลภาค ดังรูปที่ 2.9



รูปที่ 2.9 การใช้อุปกรณ์ให้ความร้อนต่อของเหลวที่ไวต่อความร้อน เพื่อให้ขยายตัวไปปิดช่องทางไหล จุลภาค [19]

(4) แอคทีฟไมโครวาล์ว แบบอุทกศาสตร์ของฟองอากาศหรือของเหลวสำหรับปิดกั้นช่องทางไหล

การใช้ฟองอากาศในการปิดช่องทางไหลจุลภาค ทำได้โดยการควบคุมเข็มฉีดยาที่บรรจุ ของเหลว ในการควบคุมตำแหน่งของฟองอากาศให้ไปปิดหรือเปิดช่องทางไหลจุลภาค [20] (รูปที่ 2.10ก) ซึ่งฟองอากาศมีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ ง่ายต่อการควบคุม, มีความสะอาด, สามารถบีบอัดได้ และสามารถเจ้าได้กับเซลล์และเนื้อเยื่อ นอกจากนี้การควบคุมควบคุมฟิล์มบางสามารถทำได้โดยการ ใช้โซลินอยด์วาล์วที่ปลายติดแท่งโลหะ [27] เมื่อต้องการปิดช่องทางไหลให้จ่ายแรงดันไฟฟ้าไปที่โซลิ นอยด์วาล์วเพื่อให้เลื่อนแท่งโลหะไปกดบริเวณห้องปิดตายที่มีของเหลวขังไว้อยู่ โดยของไหลจะถูกดัน ออกทุกทิศทางทำให้บริเวณฟิล์มบางที่อ่อนที่สุดเกิดการขยายตัวไปปิดช่องทางไหลจุลภาคได้ (รูปที่ 2.10ข)



รูปที่ 2.10 (ก) การควบคุมฟองอากาศด้วยเข็มฉีดยาเพื่อให้ฟองอากาศไปขวางกั้นช่องทางไหลจุลภาค [20] (ข) การใช้โซลินอยด์ที่ติดแท่งที่ปลายดันฟิล์มบางให้ของเหลวในห้องปิดไปดันช่องทางไหล จุลภาค [27]

(5) แอคทีฟไมโครวาล์ว แบบการเปลี่ยนสถานะของสาร

การเปลี่ยนสถานะของสารที่อยู่บริเวณที่ต้องการเปิดหรือปิดช่องทางไหลจุลภาคสามารถทำ ได้โดยการให้พลังงานภายนอกเพื่อให้สารดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนสถานะของแข็งเป็นของเหลวแล้วสาร ดังกล่าวจะไปดันฟิล์มบางเพื่อปิดช่องทางไหลจุลภาค เช่น การใช้ระบบนิวเมติกส์ในการดันเข้าไปที่ พาราฟิน [21] ซึ่งเมื่อความดันสูงมากพอจะทำให้สถานะของพาราฟินเปลี่ยนจากของแข็งเป็น ของเหลวและไปดันฟิล์มบาง ซึ่งเมื่อตัดการจ่ายลมอัดจะทำให้ช่องทางไหลจุลภาคขยายตัวและฟิล์ม บางกลับสู่ตำแหน่งเดิมได้ ดังรูปที่ 2.11



รูปที่ 2.11 การใช้ลมอัดทำให้พาราฟินเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวแล้วไปดันฟิล์มบางให้ ปิดช่องทางไหลจุลภาค [21]

(6) แอคทีฟไมโครวาล์ว แบบสนามไฟฟ้า

การควบคุมไมโครวาล์วโดยการจ่ายแรงดันไฟฟ้าเข้าไปที่แท่งอิเล็กโทรด โดยที่อิเล็กโทรดส่วน แรกจะติดตั้งใต้ช่องทางไหลจุลภาค ส่วนอิเล็กโทรดอีกแผ่นหนึ่งจะติดอยู่กับฟิล์มบาง [22] (รูปที่ 2.12 ก) เมื่อทำการจ่ายแรงดันไฟฟ้าจะทำให้เกิดสนามไฟฟ้า และดึงให้ฟิล์มบางเข้าไปปิดช่องทางไหล จุลภาค หรือจะเป็นกรณีอิเล็กโทรด 2 แท่ง สร้างจาก Carbon Nanotube [23] (รูปที่ 2.12ข) จะมี อิเล็กโทรดตัวหนึ่งฝังใต้ช่องทางไหลจุลภาค อีกตัวหนึ่งจะถูกฝังในฟิล์มบาง เมื่อทำการจ่าย แรงดันไฟฟ้าจะทำให้ฟิล์มบางเคลื่อนที่ปิดช่องทางไหลจุลภาค



รูปที่ 2.12 (ก) อิเล็กโทรดติดกับฟิล์มบาง [22] (ข) อิเล็กโทรด Carbon Nanotube [23]

หลักการควบคุมไมโครวาล์วนี้จะใช้อิเล็กโทรด 2 ตัว ตัวแรกจะเป็นตัวที่อยู่คงที่ในขณะที่ อิเล็กโทรดอีกตัวจะติดอยู่กับฟิล์มบาง ซึ่งเมื่อทำการจ่ายแรงดันไฟฟ้าจะทำให้เกิดการดึงอิเล็กโทรด เข้าหากัน ทำให้ฟิล์มบางซึ่งติดกับอิเล็กโทรดเคลื่อนที่เข้าไปปิดช่องทางไหลจุลภาค

จุหาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(7) แอคทีฟไมโครวาล์ว แบบโลหะจำรูป

การใช้งานไมโครวาล์วแบบโลหะจำรูป (Shape Memory Alloy – SMA) จะต้องให้พลังงาน ความร้อนหรือพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้โลหะจำรูปเกิดการเปลี่ยนสภาพ โดยที่บริเวณปลายหรืออุปกรณ์ที่ ติดกับไมโครวาล์วจะเคลื่อนที่ไปปิดหรือเปิดช่องทางไหลจุลภาค ซึ่งเมื่อไม่จ้องการใช้งานไมโครวาล์ว จะต้องทำการตัดพลังงานความร้อนหรือพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้โลหะจำรูปคายความร้อนและ กลับมาอยุ่ในสภาพปกติ เช่น การกระแสไฟฟ้าไปยังขดลวดอะลูมิเนียมที่พันรอบโลหะจำรูป ให้ เคลื่อนที่โดยที่ปลายโลหะจำรูปที่ติดกับผนังด้านข้างช่องทางไหลจุลภาคไปดันหรือดึงผนังด้านข้าง ช่องทางไหลจุลภาค ให้ไปปิดหรือเปิดช่องทางไหลจุลภาค [24] ดังรูปที่ 2.13



รูปที่ 2.13 การใช้โลหะจำรูปในการเปิดช่องทางไหลจุลภาค [24]

(8) พาสซีฟไมโครวาล์ว แบบเช็ควาล์ว

พาสซีฟไมโครวาล์วแบบเช็ควาล์ว เป็นไมโครวาล์วที่ใช้ควบคุมการไหลแบบทิศทางเดียว ทำ ให้ของไหลไม่สามารถไหลย้อนกลับได้ หรือกรณีที่เช็ควาล์วคอยควบคุมการไหลจากอินพุต 2 ทาง โดย การใช้แรงดันของของไหลทางด้านอินพุตในการเปลี่ยนทิศการไหล เช่น การผสมสารเคมี 2 อย่างให้ เป็นอัตราส่วนสามารถทำได้โดยการใช้ปั้มเข็มฉีดยาเดียวกันโดยการให้เข็มฉีดยาทั้ง 2 เข็ม มีขนาดที่ไม่ เท่ากันโดยจะมีตัวเช็ควาล์วคอยสับเปลี่ยนทิศการไหลเข้าระบบระหว่างสารที่มาจากเข็มฉีดยาที่ 1 และเข็มฉีดยาที่ 2 (รูปที่ 2.14) การใช้เข็มฉีดยา 2 เข็มด้วยปั้มฉีดยาเดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การส่งสารที่เป็นอัตราส่วนต่อกัน



รูปที่ 2.14 การใช้เข็มฉีดยาที่ 1 ขนาด 3 มิลลิลิตรเทียบกับการใช้เข็มฉีดยากรณี 3 มิลลิลิตร และ 20 มิลลิลิตร [25]

2.3.4 สรุปรูปแบบการเลือกไมโครวาล์ว

การเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้ามีผลต่อฟิล์มบางของเซลล์ ซึ่งหากอยู่ในช่วงวิกฤตสามารถ ทำให้ฟิล์มบางของเซลล์สลายตัวเป็นอิออนของโซเดียมและคลอไรด์ได้ [28] ความร้อนที่เกิดกับเซลล์ เลี้ยงลูกด้วยนมสามารถทำให้ยีนเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ [29]

จากตัวอย่างข้างต้น หากมีการใช้พลังงานภายนอก เช่น พลังงานไฟฟ้า สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก และความร้อน อาจส่งผลให้เซลล์เกิดการเปลี่ยนสภาพเนื่องจากถูกรบกวนจากพลังงาน ภายนอกตามที่ได้กล่าวมา ดังนั้นการใช้ไมโครวาล์วประเภทนิวเมติกส์หรือแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ เป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสม เพราะใช้เพียงแต่แรงดันอากาศซึ่งจะไม่เกิดพลังงานไฟฟ้า สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก และความร้อนไปรบกวนเซลล์

2.4 แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์

ไมโครวาล์วนั่นมีหลายประเภทตามที่กล่าวมาในหัวข้อที่ 2.3 ซึ่งการใช้พลังงานเพื่อทำให้โคร วาล์วทำงาน ไม่ว่าการใช้สนามไฟฟ้า, สนามแม่เหล็กและความร้อน มีโอกาสทำให้เซลล์เกิดการแปร สภาพซึ่งทำให้พลวัตของเซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการรบกวนของพลังงานที่ใช้ในการทำให้ เกิดการเคลื่อนที่ของไมโครวาล์ว พลังงานจากลมถือเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งใช้ลมในการเปลี่ยนแปลง ระยะกระดกของฟิล์มบาง ไม่เกิดการใช้พลังงานนิวเมติกส์ในการรบกวนเซลล์ ในหัวข้อนี้จะเป็นการ สรุปรายละเอียดที่สำคัญของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ ได้แก่ โครงสร้างและรูปแบบการใช้งาน เป็นต้น

2.4.1 โครงสร้างและหลักการทำงานของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์

แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมทิศทางการไหลในระบบของไหล จุลภาค ซึ่งอาศัยการเปลี่ยนแปลงของวัสดุอ่อน เช่น ฟิล์มบาง ให้เกิดการเคลื่อนที่ไปปิดหรือเปิด ช่องทางไหลจุลภาค โดย 2 ภาพทางซ้ายมือจะเป็นกรณีที่ไม่มีช่องทางไหลจุลภาคในตำแหน่งเหนือ ฟิล์มบาง เมื่อไม่มีแรงดันอากาศ ฟิล์มบางจะไม่เกิดการขยายตัวแต่เมื่อทำการเพิ่มแรงดันอากาศ จะ ทำให้ฟิล์มบาง ณ ตำแหน่งแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ เกิดการขยายตัวในทุกทิศทาง ในขณะที่ 2 ภาพ ทางขวามือจะเป็นกรณีที่มีช่องทางไหลจุลภาคในตำแหน่งเหนือฟิล์มบาง เมื่อไม่มีแรงดันอากาศจะไม่ เกิดการดันฟิล์มบางไปปิดช่องทางไหล แต่เมื่อมีการให้แรงดันอากาศที่สูงมากพอ ฟิล์มบางจะสามารถ ไปปิดช่องทางไหลจุลภาคได้ดังรูปที่ 2.15



รูปที่ 2.15 รูปแบบแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ รูปทางซ้ายมือตอนยังไม่ทำงาน (ปกติเปิด) และรูป ทางขวามือตอนที่ทำงาน (ได้รับแรงดันอากาศ)

ประเภทแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ การแบ่งตาม ลักษณะโครงสร้างและการแบ่งลักษณะตามฟังก์ชันการใช้งาน การแบ่งตามลักษณะโครงสร้างจะ ขึ้นกับลักษณะของตำแหน่งท่อของไหลและท่อลม ส่วนการแบ่งลักษณะตามฟังก์ชันการใช้งาน Normally Open/Normally Close โดยในเบื้องต้น เมื่อพิจารณาจากปัจจัยดังกล่าวที่ได้กล่าวมา เรา สามารถแบ่งประเภทของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ออกได้เป็น 5 รูปแบบด้วยกัน [30]

1. แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ แบบปกติเปิด มีชั้นควบคุมอยู่เหนือชั้นของไหล

ลักษณะแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์กรณีที่ชั้นระบบควบคุมนิวเมติกส์อยู่เหนือระบบช่องทาง ไหลจุลภาค ซึ่งเมื่อทำการเพิ่มแรงดันอากาศจะทำให้ฟิล์มบางขยายตัวดันลงไปปิดช่องทางไหล จุลภาค มีลักษณะการใช้งานแบบปกติเปิด (Normally Open) ดังรูปที่ 2.16ก

2. แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ แบบปกติเปิด มีชั้นควบคุมอยู่ใต้ชั้นของไหล

ลักษณะแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์กรณีที่ชั้นระบบควบคุมนิวเมติกส์อยู่ใต้ระบบช่องทางไหล จุลภาค ซึ่งเมื่อทำการเพิ่มแรงดันอากาศจะทำให้ฟิล์มบางขยายตัวดันขึ้นไปปิดช่องทางไหล จุลภาค มีลักษณะการใช้งานแบบปกติเปิด (Normally Open) ดังรูปที่ 2.16ข

3. แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ แบบปกติปิด มีชั้นควบคุมอยู่เหนือชั้นของไหล

ลักษณะแอคซัวเอเตอร์นิวเมติกส์กรณีที่ชั้นระบบควบคุมนิวเมติกส์อยู่เหนือระบบช่องทาง ไหลจุลภาค โดยที่มีส่วนปิดกั้นที่ถูกสร้างร่วมกับชั้นของระบบช่องทางไหลจุลภาค เมื่อทำการดูด อากาศออกให้อยู่ในสภาวะสุญญากาศจะทำให้ฟิล์มบางถูกดูดขึ้นเข้าไปด้านชั้นระบบควบคุมนิวเม ติกส์ มีลักษณะการใช้งานแบบปกติปิด (Normally Close) ดังรูปที่ 2.16ค

4. แอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ แบบปกติปิด มีชั้นควบคุมอยู่ใต้ชั้นของไหล

ลักษณะแอคซัวเอเตอร์นิวเมติกส์กรณีที่ชั้นระบบควบคุมนิวเมติกส์อยู่เหนือระบบช่องทาง ไหลจุลภาค โดยที่มีส่วนปิดกั้นที่ถูกสร้างร่วมกับฟิล์มบางเมื่อทำการดูดอากาศออกให้อยู่ในสภาวะ สุญญากาศจะทำให้ฟิล์มบางถูกดูดขึ้นเข้าไปด้านชั้นระบบควบคุมนิวเมติกส์ มีลักษณะการใช้งาน แบบปกติปิด (Normally Close) ดังรูปที่ 2.16ง

5. แอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ แบบปกติเปิด มีช่องควบคุมอยู่ประกบด้านช่องทางไหลจุลภาค

ลักษณะโครงสร้างจะแตกต่างจากแบบที่กล่าวมาในข้างต้นโดยที่ช่องทางไหลจุลภาคจะอยู่ กึ่งกลาง ในขณะช่องสำหรับระบบนิวเมติกส์จะอยู่ด้านข้าง ซึ่งเมื่อทำการเพิ่มแรงดันอากาศจะทำ ให้ฟิล์มบางขยายตัวดันลงไปปิดช่องทางไหลจุลภาค มีลักษณะการใช้งานแบบปกติเปิด (Normally Open) ดังรูปที่ 2.16จ



รูปที่ 2.16 แอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์แบบต่างๆ โดยฝั่งซ้ายเป็นกรณีที่ยังไม่ทำงานและฝั่งขวาเป็นกรณี ที่ทำงาน [30]

2.4.2 การทบทวนวรรณกรรมของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์

การทบทวนวรรณกรรมของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ ในที่นี้จะพิจารณาจากกระบวนการ สร้างและการนำไปใช้งาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการสร้างชิ้นงานทดสอบ และหา ลักษณะของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ที่เหมาะสมกับการใช้งานในการปิดช่องทางไหลจุลภาค โดย สามารถสรุปประเด็นที่สำคัญได้ดังตารางที่ 2.4

ผู้แต่ง	กระบวนการสร้าง				
Kim and Kim,	- แม่พิมพ์สร้างจากกระบวนการฉายแสง UV โดยใช้ NPR (KMPR 1035,				
2014 [31]	Microchem. Corp.)				
	- ชิ้นงานสร้างจากกระบวนการหล่อโพลิเมอร์ ซอฟต์ลิโทกราฟี (Soft				
	Lithography) (12:1)				
	- แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ใช้ PDMS:Curing Agent (10:1/12:1/14:1)				
	- นำมาตั้งเตาร้อน 100℃ เป็นเวลา 10, 30 และ 60 ตามลำดับ				
	นำไปประสานกับกระจกสไลด์ ด้วยออกซิเจนพลาสม่า (45 W, 5s., 500				
	mtorr O ₂)				
Wang et al.,	- แม่พิมพ์สร้างจากกระบวนการฉายแสง UV โดยใช้ PR SU-8 โดยสร้าง ทั้ง 2				
2015 [32]	ชิ้น คือ ชั้นช่องทางไหลที่มีไมโครพิลล่าร์และชั้นควบคุมด้วยกระบวนการหล่อ				
	โพลิเมอร์ ซอฟต์ลิโทกราฟี (Soft Lithography) ในอัตราส่วน 10:1				
	- ชั้นควบคุมจะมี PR ที่แข็งตัว ซึ่งจะล้างออกหลังทำการประสาน				
	ทำการประสานด้วยออกซิเจนพลาสม่า				
Huang, Wu	แม่พิมพ์สร้างจากกระบวนการฉายแสง UV โดยใช้ NPR SU-8 50 สำหรับการ				
and Lee, 2009	สร้างชิ้นงานด้วยกระบวนการหล่อโพลิเมอร์ ซอฟต์ลิโทกราฟี (Soft				
[10]	Lithography) (10:1)				
	ฟิล์มบาง 140 ไมครอน สร้างจาก PDMS:Curing Agent 10:1 โดยปั่นเป็น				
	เวลา 30 วินาที ที่ 550 rpm				
	- ทำการประสานด้วยออกซิเจนพลาสม่า				
Gijs et al.,	แม่พิมพ์สร้างจากกระบวนการฉายแสง UV โดยใช้ PR SU-8 100 กับการกัด				
2016 [9]	แห้งที่แผ่นซิลิกอนเวเฟอร์				
	ทำการสร้างฟิล์มบาง 25 ไมครอน				

ตารางที่ 2.4 การทบทวนวรรณกรรมของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์

ตารางที่ 2.4 การทบทวนวรรณกรรมของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ (ต่อ)

ผู้แต่ง	กระบวนการสร้าง				
Cooksey, Sip	- แม่พิมพ์สร้างจากกระบวนการฉายแสง UV โดยใช้ NPR SU-8 2035,				
and Folch,	MicroChem)				
2009 [33]	มีการสร้างชิ้นงาน 3 ชั้นด้วยกระบวนการหล่อโพลิเมอร์ ซอฟต์ลิโทกราฟี				
	(Soft Lithography)				
	หลังเท PDMS ลงแม่พิมพ์ทิ้งไว้ 1 คืน บนเตาร้อนที่ 65°C				
	ฟิล์มบาง 20 ไมครอน สร้างจาก PDMS : hexane ในอัตราส่วน 3:1 โดย				
	ปั่นเป็นเวลา 30 วินาที ที่ 3000 rpm แล้วทิ้งบนเตาที่ 65°C เป็นเวลา 4				
	นาที				
	- ทำการประสานด้วยออกซิเจนพลาสม่า				
Whitesides et	- การสร้างชิ้นงานใช้กระบวนการหล่อโพลิเมอร์ ซอฟต์ลิโทกราฟี (Soft				
al., 2014 [34]	Lithography) (10:1) และเครื่องพิมพ์สามมิติ โดยชิ้นส่วนที่เป็น PDMS จะ				
	มี 3 ขึ้น				
	- ชิ้นงานช่องทางไหลสร้างด้วยอัตราส่วน Lithography (10:1) อบที่ 65°C				
	เป็นเวลา 4 ชม.				
	- ฟิล์มบาง 30 ไมครอน สร้างจาก PDMS:Curing Agent 10:1 โดยปั่นเป็น				
	เวลา 60 วินาที ที่ 1500 rpm (200 ไมครอน 60 วินาที ที่ 200 rpm)				
	- ทำการประสานด้วยออกซิเจนพลาสม่า				
Yoon et al.,	- แม่พิมพ์สร้างจากกระบวนการฉายแสง UV โดยใช้ NPR SU-8 สำหรับการ				
2015 [35]	สร้างชิ้นงานด้วยกระบวนการหล่อโพลิเมอร์ ซอฟต์ลิโทกราฟี (Soft				
	Lithography) (15:1)				
	- หลังเทให้ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 75°C เป็นเวลา 1 ชม.				
	 ทำการประสานด้วยออกซิเจนพลาสม่ากับกระจกสไลด์ 				
Jamshaid et	- แม่พิมพ์สร้างจากกระบวนการฉายแสง UV โดยใช้ NPR SU-8 3025				
al., 2013 [36]	- การสร้างชิ้นงานด้วยกระบวนการหล่อโพลิเมอร์ ซอฟต์ลิโทกราฟี (Soft				
	Lithography) (15:1) โดยใช้เวลา 45 นาที ที่อุณหภูมิ 75°C				
	- ทำการประสานด้วยออกซิเจนพลาสม่า แล้วทำการอบ 70°C เป็นเวลา 4				
	ซม.				

ตารางที่ 2.4 การทบทวนวรรณกรรมของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ (ต่อ)

ผู้แต่ง	กระบวนการสร้าง				
Yang et al.,	- สร้างชิ้นงานด้วยแม่พิมพ์สร้างจากกระบวนการฉายแสง UV โดยใช้ PPR				
2010 [37]	(AZ9260, Clariant) แล้วทำการหล่อชิ้นงานด้วยกระบวนการหล่อโพลิเมอร์				
	ซอฟต์ลิโทกราฟี (Soft Lithography)				
	- ทำการประสานด้วยออกซิเจนพลาสม่า เป็นเวลา 1 นาที				
	- อบอ่อนหลังเชื่อมประสานอุณหภูมิ 70°C เป็นเวลา 12 ชม. หลังจากนั้นทำ				
	การอบไอระเหยด้วย TMCS				

จากตารางที่ 2.4 พบว่าวิธีการผลิตชิ้นงานชิพของไหลจุลภาค จะใช้แม่พิมพ์ที่สร้างจากโพลิ เมอร์ที่ไวต่อแสง เพื่อใช้เป็นแม่พิมพ์ในการหล่อชิ้นงานโพลิเมอร์ซึ่งทำการเชื่อมประสานชิ้นงาน PDMS-PDMS PDMS-กระจกสไลด์ ด้วยออกซิเจนพลาสม่า อาจจะมีความแตกต่างในด้านอัตราส่วน ของ PDMS:Curing Agent เพื่อให้ความแข็งของวัสดุต่างกัน โดยกรณีที่อัตราส่วนต่างกันมากวัสดุจะ อ่อนลงซึ่งมักใช้ทำเป็นส่วนของฟิล์มบาง และเมื่อพิจารณาลักษณะการใช้งานของแอคชัวเอเตอร์นิวเม ติกส์ตามประเภทงานสามารถจัดประเภทได้ดังตารางที่ 2.5

ลักษณะการใช้งาน CHULALO ผู้แต่ง	Trapping & Releasing	Filter NN	Micro Pump	Func. Valveda	Translation & Rotation	Droplet: Select	Droplet: Merging	Droplet: Generation & Break Up
Kim and Kim, 2014 [31]	Х							
Wang et al., 2015 [32]	Х							
Huang, Wu and Lee, 2009 [10]		Х	Х					
Gijs et al., 2016 [9]		Х						
Cooksey, Sip and Folch, 2009 [33]				Х				
Whitesides et al., 2014 [34]					Х			
Yoon et al., 2015 [35]						Х		
Jamshaid et al., 2013 [36]							Х	
Yang et al., 2010 [37]								Х

ตารางที่ 2.5 สรุปการทบทวนวรรณกรรมของการใช้งานแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์

การใช้งานแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สำหรับงานในระบบของไหลจุลภาคมีหลายรูปแบบ ซึ่งใน ส่วนของการใช้งานจะขอขยายความในหัวข้อถัดไป

2.4.3 การใช้งานแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์

แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์นั่นเป็นอุปกรณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายงาน เช่น การ กรองขนาดของ C.Elegans ตัวอย่างชุดเดียวกัน ซึ่งมีเฟสการเติบโตของ C.Elegans แตกต่างกัน [9], การแยกไมโครบีดส์จากอ่าง (reservoir) โดยการใช้แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์เป็นตัวกรองขนาดและใช้ ไมโครปั้มในการสร้างอัตราการไหลทั้งด้านตัวอย่างและด้านบัฟเฟอร์ เพื่อให้ระบบสามารถแยกไมโคร บีดส์ออกมาได้ [10]

การใช้แอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สองตัวสำหรับการเปลี่ยนทิศทางการไหลสำหรับหยด ของเหลวให้เคลื่อนที่ไปตามที่ต้องการ การใช้แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ในการกดไปที่หยดของเหลวที่ ไหลออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อรวมกันให้เป็นหยุดของเหลวขนาดใหญ่

(1) แอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สำหรับการดักจับและปลดปล่อยเซลล์

การดักจับเซลล์และปลดปล่อยเซลล์เดี่ยว ถือเป็นกลยุทธ์ในการแยกเซลล์เดี่ยวกลยุทธ์หนึ่งที่ มีประสิทธิภาพ โดยการใช้ชุดแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ในการดักจับเซลล์

การดักจับแอนติบอดี้โดยการใช้แอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ในการดักจับซึ่งใช้ร่วมกับแถวไมโค รพิลลาร์ที่อยู่ด้านบนของซิพในการดักจับ [32] โดยที่ของเหลวสามารถไหลผ่านระบบดักจับเซลล์ได้ใน ขณะที่แอนติบอดี้จะถูกแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ดักจับได้ทั้งหมด โดยการใช้แรงดันอากาศดันฟิล์มบาง ให้ไปแนบสนิทกับแถวไมโครพิลลาร์ทำให้แอนติบอดี้ถูกดักจับได้ดังรูปที่ 2.17 หรือจะใช้ตัวแอคชัวเอ เตอร์นิวเมติกส์ในการดักจับไมโครบิดส์ โดยการดันฟิล์มบางเพื่อดักจับไมโครบิดส์ โดยที่ไมโครบิดส์ เม็ดอื่นสามารถไหลหลบไปทางบายพาสได้ [31]



รูปที่ 2.17 ระบบดักจับและปลดปล่อยเซลล์ ตอนยังไม่ทำงาน (ภาพซ้าย) และตอนทำงาน (ภาพขวา) [32]

(2) ตัวกรองใช้ในการคัดแยกขนาดเซลล์ (Filter for Sorting System)

การคัดแยกเซลล์หรือไมโครบิดส์มักใช้ในการคัดแยกขนาดที่มีความแตกต่างกันด้วยแอคชัวเอ เตอร์นิวเมติกส์โดยที่เซลล์หรือไมโครบิดส์ที่มีขนาดที่เล็กกว่าจะสามารถไหลผ่านได้ ซึ่งการคัดแยกด้วย แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์นี้จะไม่สามารถแยกขนาดที่แตกต่างกันหลายๆค่าได้ เนื่องจากข้อจำกัดในการ สร้างอุปกรณ์และแรงดันอากาศที่ใช้ เช่น การแยก C.elegans และการดักจับไมโครบิดส์หรือแอนติ บอดี้ [9] ดังรูปที่ 2.18 เป็นต้น

การแยก C.elegans ที่มีวัยต่างกันจากตัวอย่างเดียวกันสามารถทำได้โดยการใช้แอคชัวเอ เตอร์นิวเมติกส์โดยให้ไปปิดช่องทางไหลจุลภาค เมื่อทำการปล่อยตัวอย่างเข้าทางห้องที่ 1 เพื่อที่จะ กรอง C.elegans ที่มีขนาดเล็กกว่าออกทางห้องที่ 2 C.elegans จะไหลเคลื่อนที่ไปที่บริเวณมุมของ แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ที่มีช่องเพียงพอให้ C.elegans ที่วัยการเติบโตช้ากว่า (ขนาดเล็ก) สามารภ ไหลผ่านจากห้องที่ 1 ไปห้องที่ 2 ได้ในขณะที่วัยที่เติบโตเร็วกว่า (ขนาดใหญ่) จะถูกกักตัวไว้ที่ห้องที่ 1



รูปที่ 2.18 ระบบคัดแยก C.elegans ด้วยแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ [9]

(3) ไมโครปั้ม

ไมโครปั๊มเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ใช้ในการควบคุมอัตราการไหลให้มีคงที่มากขึ้น จากกรณีที่เป็น อ่างต่อกับซิพของไหลจุลภาค 2 ชุด ซึ่งมีระดับของเหลวในอ่างทั้ง 2 ชุดไม่เท่ากัน โดยด้านที่มีระดับ ของเหลวในอ่างสูงมากจะทำให้อัตราการไหลสูงซึ่งจะดันให้ของเหลวไหลไปทางอ่างที่มีระดับของเหลว ต่ำกว่า แต่เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อระดับของไหลลดลงจะทำให้อัตราการไหลต่ำ เป็นเทคนิคพาสซีฟ (Passive) ดังรูปที่ 2.19ก แต่เมื่อใช้ไมโครปั๊ม ที่ทำจากแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์จะช่วยแก้ปัญหาที่ กล่าวมาข้างต้นได้ โดยการเรียงชุดแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์เพื่อทำให้สามารถควบคุมอัตราการไหลได้ เป็นเทคนิค (Active) ดังรูปที่ 2.19



รูปที่ 2.19 (ก) แผนภาพการทำงานของระบบของไหลโดยแรงโน้มถ่วงและกราฟแสดงอัตราการไหล (ข) แผนภาพการทำงานของไมโครปั๊มและกราฟแสดงอัตราการไหล [38]

(4) วาล์วเปิดปิดฟังก์ชันการทำงาน (Functional Valve)

การออกแบบชิพที่สามารถรองรับงานที่หลากหลายได้จะช่วยประหยัดงบประมาณในการ สร้างแลพออกแบบชิพทางไหลจุลภาคได้ เช่น การควบคุมห้องปฏิบัติการขนาดย่อมที่มีฟังก์ชันการใช้ งานที่หลากหลายซึ่งใช้ในงานเพาะเลี้ยงเซลล์หรืองานทางชีววิทยา สามารถเลือกการใช้งานได้โดยการ เปิดช่องทางไหลจุลภาคโดยการใช้แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ [33] ซึ่งสามารถเลือกเปิดหรือปิดฟังก์ชัน การใช้งาน เช่น ไมโครมิกเซอร์, จำนวนมัลติเพล็กซ์เซอร์สำหรับการนำเข้าสาร, ระบบบายพาส, หรือ ระบบควบคุมอัตราการไหลเป็นต้น ดังรูปที่ 2.20



รูปที่ 2.20 อุปกรณ์ที่อยู่ในห้องปฏิบัติการในชิพที่มีแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ในการควบคุมอุปกรณ์ [33]

(5) วาล์วสำหรับควบคุมการเลื่อนหรือหมุนของวัตถุ

การควบคุมตำแหน่งของวัตถุสามารถทำได้โดยการใช้แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ 2 ตัว ที่อยู่ใน ระบบจะทำหน้าที่ในการกักลมอัดไว้ ซึ่งลมอัดที่ทำการกักเก็บไว้จะมีขนาดต่างกันขึ้นกับเวลาในการ เก็บ โดยแรงดันกาศจะอยู่ที่ 34 kPa ซึ่งระยะเวลาในการกักอากาศ คือ 100, 250, 500 และ 1000 มิลลิวินาที ตามลำดับ ซึ่งสามารถใช้หลักการดังกล่าวในการเคลื่อนย้ายวัตถุไปที่บริเวณใดก็ได้ โดยการ ควบคุมขนาดของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์บน Braille display ดังรูปที่ 2.21



รูปที่ 2.21 ขนาดของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ที่เกิดจากการควบคุมเวลเตอร์นิวเมติกส์ [34]

(6) การเปลี่ยนทิศทางการไหลของหยดของเหลว (Droplet) ด้วยแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์

เทคนิคการใช้แอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ 2 ตัวที่วางในตำแหน่งด้านข้างช่องทางไหลจุลภาค เพื่อควบคุมการไหลของหยดของเหลว [35] ให้ออกไปตามทางที่ต้องการสามารถทำได้โดยการควบคุม การขยายตัวของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ทั้ง 2 ตัวเพื่อเปลี่ยนทิศการไหล โดยที่ความดันที่ให้กับ แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ทั้ง 2 ตัวนี้จะเป็นอิสระต่อกัน ดังรูปที่ 2.22



รูปที่ 2.22 การปรับทิศทางการไหลของหยดของเหลวโดยใช้แอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ [35]

(7) การรวมหยดของเหลว (Droplet) ขนาดเล็กให้เป็นหยดของเหลว (Droplet) ขนาดใหญ่ด้วย แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์

การผสมหยดของเหลวด้วยไมโครมิกเซอร์มีอยู่หลายวีธี แต่การใช้ความร้อนและอัตราโซนิค สามารถทำให้คุณสมบัติของหยดของเหลวเปลี่ยนไป และการใช้สนามไฟฟ้าจะสามารถใช้ได้กับหยด ของเหลวที่มีขนาดเท่ากันในค่าความหนืดเท่ากัน ซึ่งยากต่อการควบคุม การใช้แอคชัวเอเตอร์นิวเม ติกส์ในการรวมหยดของเหลวที่ไหลออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยการตีหยดของเหลวเข้าไปที่แถวไมโค รพิลลาร์เพื่อรวมหยดของเหลวเข้าด้วยกันเป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้ได้อย่างง่ายดาย [36] เช่น การรวม หยดของเหลว 2 หยดและ 3 หยด ดังรูปที่ 2.23



รูปที่ 2.23 การรวมหยดของเหลว 2 หยด (ภาพซ้าย) และการรวมหยดของเหลว 3 หยด (ภาพขวา) [36]

(8) การสร้างรวมหยดของเหลว (Droplet) ขนาดเล็กจากหยดของเหลว (Droplet) ขนาดใหญ่ ด้วยการใช้แรงดันอากาศ

การใช้แอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ในการสร้างหยุดของเหลวขนาดต่างๆ [37] โดยการ ปรับเปลี่ยนค่าความดันอากาศที่เกิดขึ้น ซึ่งในการสร้างหยุดของเหลวขนาดเล็กทำได้โดยการให้อัตรา ไหลที่เร็วกว่าหยุดของเหบวขนาดใหญ่ที่ต่อท่อแบบที (T-Junction) ก่อนที่หยุดของเหลวขนาดใหญ่ จะไหมไปที่แอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ที่ด้วยความเร็วสูงเพื่อให้เกิดการแตกตัวของหยุดของเหลวขนาด ใหญ่ที่ไหลเข้ามาให้มีขนาดที่เล็กลงโดย ดังรูปที่ 2.24ก-ค ที่เมื่อค่าความดันอากาศที่จ่ายให้แอคชัวเอ เตอร์นิวเมติกส์สูงขึ้นจะทำให้หยุดของหยุดของเหลวมีขนาดที่เล็กลง โดยตำแหน่งของช่องทางไหล จุลภาคจะอยู่ใต้ชั้นควบคุม เมื่อทำการป้อนแรงดันอากาศจะทำให้ฟิล์มบางเกิดการขยายตัวไปปิด ช่องทางไหลจุลภาค ดังรูปที่ 2.24 ง



รูปที่ 2.24 (ก-ค) การตีหยดของเหลวให้เป็นหยดของเหลวขนาดเล็กด้วยแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ (ง) โครงสร้างของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์และการทำงานของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ [37]

2.4.4 สรุปแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์

แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ในงานที่หลากหลาย ขึ้นกับรูปแบบ การนำไปใช้ โครงสร้างของระบบช่องทางไหลจุลภาค อุปกรณ์จ่ายแรงดันอากาศ การนำแอคชัวเอ เตอร์นิวเมติกส์ไปปิดกั้นช่องทางไหลจุลภาคไม่ให้เซลล์หรือไมโครบิดส์ไหลผ่านได้ จะมีลักษณะคล้าย แบบตัวกรอง โดยการปล่อยให้ของไหลสามารถไหลผ่านได้แต่เซลล์หรือไมโครบิดส์ไม่สามารถไหลผ่าน ได้ และต้องมีคุณสมบัติในการดักจับและปลดปล่อยเซลล์หรือไมโครบิดส์เพื่อใช้ในการลดอัตราการ ไหลจากส่วนคัดแยกเซลล์กับส่วนเพาะเลี้ยงเซลล์ในส่วนการหารูปแบบการผลิตที่ดีกว่าการใช้แม่พิมพ์ จากกระบวนการฉายแสง (Photolithography) กับออกซิเจนพลาสม่าจะอยู่ในหัวข้อถัดไป (หัวข้อที่ 2.5)

2.5 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ควบคุม และทดสอบระบบของไหลจุลภาคใน ปัจจุบัน

หัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อที่ทำการทบทวนวรรณกรรมในแง่เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ควบคุม และทดสอบระบบของไหลจุลภาคในปัจจุบัน เพื่อใช้ในการหารูปแบบการผลิตแอคชัวเอเตอร์ นิวเมติกส์ให้มีประสิทธิภาพในราคาที่ถูกและรวดเร็ว อีกทั้งยังปลอดภัยและสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยในหัวข้อที่ 2.5 จะครอบคลุมทั้ง วัสดุที่ใช้ในการในงานระบบของไหลจุลภาค เทคนิคการผลิต ชิ้นงานระบบของไหลจุลภาค เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ เทคนิคการเชื่อมประสาน การทดสอบ ความแข็งแรงของการเชื่อมประสาน เทคนิคการเชื่อมต่อระบบของไหลจุลภาค เทคนิคการควบคุม แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ ระบบนิวเมติกส์ เทคนิคการวัดภาพระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเม ติกส์ และการคำนวณระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์

2.5.1 วัสดุในงานระบบของไหลจุลภาค

วัสดุที่นิยมมาใช้ในงานระบบของไหลจุลภาค จะมีอยู่ด้วยกัน 3 ตัว คือ PDMS, PS และ กระจก (รูปที่ 2.25) ซึ่งในงานการสร้างต้นแบบ, การเชื่อมประสานชิ้นงาน รวมทั้งการสร้างวาล์ว ควบคุมช่องทางไหลจุลภาค มักนิยม PDMS แต่ในขณะที่งานการเพาะเลี้ยงเซลล์จะเป็น PS และ กระจก ดังนั้นในงานการสร้างระบบของไหลจุลภาคจะใช้ PDMS เป็นหลัก



รูปที่ 2.25 การเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของวัสดุที่ใช้ในงานเพาะเลี้ยงเซลล์ในระบบของไหล จุลภาค [39]

2.5.2 โพลีไดเมทิลไซโลเซน

โพลีไดเมททิลไซโลเซน (Polydimethylsiloxane-PDMS) เป็นโพลิเมอร์ที่นิยมนำมาใช้ใน การสร้างชิ้นงานระบบของไหลจุลภาค เพราะมีคุณสมบัติที่สำคัญหลายประการ (ตารางที่ 2.6) ซึ่งช่วย ให้นำไปประยุกต์กับงานระบบของไหลจุลภาคได้อย่างกว้างขวาง โดยส่วนมากนั่นจะเป็นการนำ แม่พิมพ์ที่ได้จากกระบวนการฉายแสงและกัดน้ำยา หรือเครื่องพิมพ์สามมิติ มาวางไว้ในภาชนะแล้วทำ การเทโพลิเมอร์ลงบนแม่พิมพ์ รอให้น้ำยาโพลิเมอร์แข็งตัวแล้วทำการลอกออก

จุหาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติ	คุณลักษณะ	จุดสำคัญ		
ทัศนศาสตร์ (Optical)	แสงขาวสามารถทะลุผ่านได้ UV	ใช้งางได้ช่าง 200 1100 pm		
	Cutoff 240 nm.	601 126910 31 200-1100 1111		
ทางไฟฟ้า (Electrical)	เป็นฉนวนไฟฟ้า แรงดันพังทลายอยู่ที่	สาขารถศึงวงวรใบเบื้อวัสดได้		
	2x10 ⁷ V/m	U 191 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	นี้ความผืดหย่อม สามารถปรับเด่า	อุปกรณ์ทำงานสามารถกลับคืน		
ทางกล (Mechanical)	าแขากถุกถึก ยาทางการ	สภาพเดิมได้ สามารถใช้วิธีการ		
	ខ្មែរសំពលា ។ អាកសរស្រី ។ ទស្ស	หล่อชิ้นงานจากแม่พิมพ์ได้		

ตารางที่ 2.6 ตารางแสดงคุณสมบัติพื้นฐานของโพลีไดเมทิลไซโลเซน [40]

ตารางที่ 2.6 ตารางแสดงคุณสมบัติพื้นฐานของโพลีไดเมทิลไซโลเซน [40]

คุณสมบัติ	คุณลักษณะ	จุดสำคัญ		
	ฉนวนความร้อน มีค่าสภาพการนำ			
	ความร้อน 0.2 W/(m•K) และค่า	สามารถใช้เป็นฉนวนกันความ		
ทางอุณหภูมิ (Thermal)	สัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความ	ร้อนในช่องทางไหลจุลภาค		
	ร้อน 310 µm/(m • °C) มีความ	ยกเว้น electrophoretic		
	เสถียรทางอุณหภูมิถึง 300 °C			
		ง่ายต่อการถอดชิ้นงานออาจาก		
		แม่พิมพ์ สามารถนำมา		
สภาพผิว (Interfacial)	ГІЛІГІЦИЦИ І И ЗОМАЛЛ ІЦИЦИ І	ประสานชิ้นงานซ้ำได้ วัสดุจะ		
	อสระตา ~ 20 erg / cm	ไม่เปียกน้ำยกเว้นจะมี SiOH		
		บริเวณผิวชิ้นงาน		
	น้ำซึมผ่านได้น้อย แต่แก๊สและ	แอ๊สสอบอาจารึงเปอบออจ		
	สารละลายอินทรีย์ไม่มีขั้วสามารถซึม	แกลสามารถขมผานงาก		
(permeability)	ผ่านได้	สารละสายเนชองทางเหลเด		
	(Excerce parameters)	ไม่เกิดปฏิกิริยากับตัวทำ		
		ปฏิกิริยา พื้นผิวสามารถถูกกัด		
การทำปฏิกิริยา	เฉื่อยชา ยกเว้นถูกกระตุ้นด้วยพ	ได้และสามารถเปลี่ยนแปลง		
(Reactivity)	ลาสม่าของแก๊ส	คุณสมบัติพื้นผิวให้ชอบน้ำ		
	หาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(Hydrophilic) ด้วยการทำ		
Сн	ulalongkorn Universit	ปฏิกิริยากับ silane		
		สามารถใช้กับการเพาะเลี้ยง		
	<u>ในปล์ในเสีย</u>	เซลล์ (in vivo) ได้ ซึ่งเซลล์		
ความเบนพษ (Toxicity)	 เทเกหพุณ	สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสามารถ		
		เติบโตได้		

ข้อดีอีกประการหนึ่งที่สำคัญของโพลีไดเมททิลไซโลเซน คือ เราสามารถปรับค่าพารามิเตอร์ เพื่อให้ได้คุณสมบัติทางกลที่ต้องการด้วยการปรับ อัตราส่วนระหว่าง โพลิเมอร์และตัวเชื่อมประสาน การปรับเวลาและอุณหภูมิในการทำให้โพลีไดเมททิลไซโลเซนแข็งตัว ซึ่งจะได้คุณสมบัติทางกลตาม ต้องการ [41] อัตราส่วนที่ให้ค่าโมดูลัสความยืดหยุ่นสูงที่สุดคือ อัตราส่วน 9:1 และค่าที่ดีรองลงมา คือ 10:1 แต่เนื่องจากในปัจจุบันอัตราส่วน 10:1 เป็นที่นิยมในการใช้ในการทดลองอีกทั้งยังมีการทดสอบ คุณสมบัติทางกลที่อัตราส่วน 10:1 ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงใช้อัตราส่วน 10:1 เป็นหลัก

การทดสอบคุณสมบัติทางกลของโพลีไดเมททิลไซโลเซน ที่อัตราส่วน 10:1 โดยการปรับค่า ของเวลาและอุณหภูมิที่ใช้ในการหล่อชิ้นงานก่อนนำมาทดสอบค่า โดยทำการสร้างชิ้นงานทดสอบ PDMS ที่อัตราส่วน 10:1 จากแม่พิมพ์ที่ทำจากจากแผ่นอะคลิลิค โดยจะมีการทดสอบทั้งแรงดึงและ แรงอัด ซึ่งชิ้นงานทดสอบแรงดึงจะอิงตามมาตราฐาน ASTM D412-C ในส่วนชิ้นงานทดสอบแรงอัด จะอิงตามมาตราฐาน ASTM D575-91 โดยชิ้นงานหลังจากทำการไล่แก๊สแล้วจะนำมาทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ ที่ต่างกันก่อนนำมาทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติทางกล โดยหากใช้อุณหภูมิสูงจะทำให้เวลาในการแข็งตัว เร็วกว่ากรณีใช้อุณหภูมิต่ำ ดังตารางที่ 2.7

อุณหภูมิ (℃)	เวลาที่ Dow Corning แนะนำ	เวลาที่ใช้สำหรับ ชิ้นงานทดสอบแรงดึง	เวลาที่ใช้สำหรับ ชิ้นงานทดสอบแรงอัด
25	48 ชม.	48 ชม.	48 ชม.
100	35 นาที	48 นาที	53 นาที
125	20 นาที	33 นาที	38 นาที
150	10 นาที	23 นาที	28 นาที
200	จหาลงกรณ์มห	18 นาที	24 นาที

ตารางที่ 2.7 อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ สำหรับการหล่อชิ้นงานสำหรับการทดสอบแรงดึงและแรงอัด [42]

CHULALONGKORN UNIVERSITY

ขั้นตอนหลังจากที่ทำการเทส่วนผสม PDMS ลงแบบแม่พิมพ์แล้วทำการอบที่อุณหภูมิต่างๆ แล้วทำการปล่อยให้ PDMS แข็งตัวโดยชิ้นงานที่ได้จากการสร้างตามรูปแบบตามมาตราฐาน ASTM เราจะได้ค่าการทดสอบดังตารางที่ 2.8

อุณหภูมิ	25 ℃	100 °C	125 ℃	150 ℃	200 °C	
E (MPa)	1.32 ± 0.07	2.05 ± 0.12	2.46 ± 0.16	2.59 ± 0.08	2.97 ± 0.04	
UTS (MPa)	5.13 ± 0.55	6.25 ± 0.84	7.65 ± 0.27	5.24 ± 0.82	3.51 ± 1.11	
Hardness	43.8 ± 0.76	48.3 ± 0.65	49.8 ± 0.45	52.8 ± 0.73	54.0 ± 0.08	
Ec (MPa)	186.9 ±5.39	148.9 ±5.47	137.7 ±2.82	136.1 ±2.68	117.8 ±2.17	
UCS (MPa)	51.7 ± 9.60	40.1 ± 4.30	36.8 ± 3.84	28.4 ± 4.46	31.4 ± 2.04	
G (MPa)	0.44 ± 0.02	0.68 ± 0.04	0.82 ± 0.05	0.86 ± 0.03	0.99 ± 0.01	
K (GPa)	2.20 ± 0.11	3.42 ± 0.17	4.11 ± 0.20	4.32 ± 0.22	4.95 ± 0.25	
V	ค่าเฉลี่ย คือ 0.499 และช่วงที่ทดสอบได้ คือ [0.45-0.5]					

ตารางที่ 2.8 สรุปค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ได้จากการทดสอบ สารผสมPDMS (10:1) โดยอุณหภูมิใน ช่วงเวลาการแข็งตัวที่ต่างกัน [42]

ซึ่งค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการทดสอบนี้ เราจะใช้เป็นค่ามาตราฐานในการอ้างอิงสำหรับการ ทดลองวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

2.5.3 เทคนิคการผลิตชิ้นงานระบบของไหลจุลภาค

เทคนิคการผลิตขึ้นงานระบบของไหลจุลภาคจะมีความแตกต่างจากวิธีการผลิตขึ้นรูปโลหะ หรือวิธีทั่วไปอื่นๆ ด้วยขนาดของช่องทางไหลจุลภาคที่มีความละเอียดสูง ในหัวข้อนี้จะเป็นการ รวบรวมเทคนิคการผลิตขึ้นงานระบบของไหลจุลภาคเพื่อใช้ในการพิจารณาเทคนิคการผลิตที่ เหมาะสมที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างชิพทดสอบการกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ต่อไป

(1) วิธีการผลิตชิ้นงานต้นแบบของระบบของไหลจุลภาค

เทคนิคในการผลิตชิ้นงานที่มีช่องทางไหลจุลภาคสามารถทำได้หลายวิธี (รูปที่ 2.26) วิธีแรก เป็นการกัดชิ้นงานซิลิกอนกับกระจก แล้วทำการเชื่อมประสานด้วย Anodic Bonding ซึ่งมีข้อจำกัด ในการสร้างชิ้นงานต้นแบบเนื่องจากต้องทำในห้องสะอาดและมีราคาสูง และการทำช่องทางไหล จุลภาคต้องใช้เวลาในการทำนาน วิธีการฉีดชิ้นงานพลาสติก (Injection Molding) (รูปที่ 2.27) เป็น การผลิตชิ้นงานจำนวนมากด้วยแม่พิมพ์ที่มีความร้อน สามารถผลิตได้เป็นจำนวนมากและรวดเร็วแต่ การสร้างแม่พิมพ์ที่มีความละเอียดซับซ้อนจะมีค่าใช้จ่ายที่สูง ซึ่งไม่เหมาะสมต่อการใช้สร้างชิ้นงาน ต้นแบบ วิธีการพิมพ์ตัวนูนด้วยแม่พิมพ์ร้อน (Hot Embossing) (รูปที่ 2.27) เป็นวิธีที่ใช้แม่พิมพ์ที่มี ความร้อนในการกดแผ่นเทอร์โมพลาสติก ซึ่งผลิตชิ้นงานได้เร็วกว่าและมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าวิธีการฉีด ้ชิ้นงานพลาสติก แต่ต้องใช้เครื่องมือที่ยุ่งยากในการผลิต วิธีการกัดชิ้นงานโพลิเมอร์ อาจใช้การเจาะ การเลื่อย หรือการกัดด้วยเลเซอร์ เป็นต้น วิธีการกัดด้วยเลเซอร์ เป็นวิธีในการสร้างชิ้นงานที่มี ประสิทธิภาพแต่การสร้างชิ้นงานต้องใช้เวลานาน วิธีการหล่อชิ้นงาน (ซอฟต์ลิโทกราฟี (Soft Lithography)/Replica Molding) (รูปที่ 2.27) เป็นวิธีการหล่อชิ้นงานจากแม่พิมพ์ซึ่งในการหล่อแต่ ้ล่ะครั้งสามารถสร้างลวดลายของช่องทางไหลจลภาคได้ในการหล่อครั้งเดียว นอกจากนี้แม่พิมพ์ยัง ้สามารถนำไปหล่อสร้างชิ้นงานซ้ำได้ ซึ่งแตกต่างจากวิธีก่อนหน้าที่ต้องทำการสร้างทุกอัน วิธีการหล่อ ้ชิ้นงานจึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการสร้างชิ้นงานต้นแบบเนื่องจากราคาที่ถูกและสร้างได้อย่าง รวดเร็ว



รูปที่ 2.26 การเปรียบเทียบวิธีการผลิตชิ้นงานต้นแบบในระบบของไหลจุลภาคเทียบกับความเร็วใน การผลิตและราคา [43]



รูปที่ 2.27 กระบวนการสร้างชิ้นงานด้วยวิธีการฉีดชิ้นงานพลาสติก (Injection Molding) วิธีการพิมพ์ ตัวนูนด้วยแม่พิมพ์ร้อน (Hot embossing) และวิธีการหล่อชิ้นงานด้วยวิธีซอฟต์ลิโทกราฟี (Soft Lithography)/Replica Molding) [44]

(2) การสร้างขึ้นงานระบบของไหลจุลภาคด้วยวิธี ซอฟต์ลิโทกราฟี (Soft Lithography)

การสร้างชิ้นงานด้วยวิธี ซอฟต์ลิโทกราฟี (Soft Lithography) จำเป็นต้องใช้แม่พิมพ์ในการ เป็นแบบหล่อชิ้นงาน ซึ่งในการทำแม่พิมพ์ที่มีช่องทางไหลจุลภาคโดยทั่วไปจะสร้างบนแผ่นซิลิกอนเว เฟอร์ด้วยการปลูกโพลิเมอร์ไวต่อแสงไว้บนแผ่นซิลิกอนเวเฟอร์ จากนั้นทำการฉายแสง UV ไปที่ผิว ด้านบน โดยใช้หน้ากากปิดผิว เพื่อให้โพลิเมอร์เกิดการแปรสภาพ ทำไปจนได้ความหนาและลวดลาย ที่ต้องการจากนั้นทำการล้างออกซึ่งจะได้แม่พิมพ์ที่มีช่องทางไหลจุลภาค ซึ่งขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์ นี้เรียกว่าวิธีโฟโต้ลิโทกราฟี (Photolithography) ขั้นตอนต่อไปเป็นการสร้างชิ้นงาน โดยการนำ แม่พิมพ์ที่สร้างมาวางบนภาชนะแล้วทำการเทสารผสม PDMS ที่ไล่แก๊สออกแล้วรอให้ PDMS แข็งตัว แล้วทำการตัดและลอกชิ้นงานออกมา ดังรูปที่ 2.28 [45]



(3) การติดฟิล์มเพื่อช่วยในการสร้างฟิล์มบาง

วิธีการนี้เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างฟิล์มบางเพื่อใช้เป็นแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ [6] โดยการ สร้างชิ้นงานชั้นของไหล PMMA ด้วยการกัดเลเซอร์แล้วทำการแปะฟิล์มสำเร็จรูปยึดเกาะลงบน ชิ้นงาน จากนั้นทำการปลูกฟิล์ม PDMS ลงบนชิ้นงานเพื่อทำหน้าที่เป็นฟิล์มบางสำหรับงานแอคชัวเอ เตอร์นิวเมติกส์ก่อนทำการเชื่อมประสานกับชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งด้วยออกซิเจนพลาสม่า ดังรูปที่ 2.29



รูปที่ 2.29 กระบวนการสร้างแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ด้วยการใช้ฟิล์มสำเร็จรูป [6]

(4) การปิดช่องทางไหลจุลภาคสมบูรณ์ด้วยโพลีเมอร์ที่ไวต่อแสงที่แข็งตัวรับโปรไฟล์ของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์

การสร้างระบบเปิดปิดในช่องทางไหลจุลภาคโดยการใช้แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ มักจะมีการ รั่วไหลเนื่องจากเวลาที่ฟิล์มบางขยายตัวเมื่อมีความดันอากาศสูง ฟิล์มบางจะขยายออกไปปิดช่องทาง ไหลจุลภาคซึ่งจะมีมุมของช่องทางไหลที่ไม่ได้ถูกฟิล์มบางกดทับ ดังนั้นในการออกแบบให้แอคชัวเอ เตอร์นิวเมติกส์สามารถปิดช่องทางไหลได้อย่างสมบูรณ์ จำเป็นต้องมีบางสิ่งไปปิดจุดที่ฟิล์มบางไม่ สามารถเข้าไปดันได้ [46] การทำซีลปิดทำได้โดยใช้โพลิเมอร์ที่ไวต่อแสงใส่ไปในตำแหน่งของแอคชัวเอ เตอร์นิวเมติกส์ ก่อนให้แรงดันอากาศให้ฟิล์มบางไปดันโพลิเมอร์ที่ไวต่อแสงใส่ไปในตำแหน่งของแอคชัวเอ เตอร์นิวเมติกส์ ก่อนให้แรงดันอากาศให้ฟิล์มบางไปดันโพลิเมอร์ที่ไวต่อแสงแล้วทำการฉายแสง UV ทำให้โพลิเมอร์แข็งตัวดังรูปที่ 2.30 เมื่อสั่งให้แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ทำงาน ฟิล์มบางจะไปดัน ช่องทางไหลที่มีโพลิเมอร์อย่างแนบสนิทไม่เกิดการรั่วไหล เมื่อนำไปใช้งานจริงแอคชัวเอเตอร์นิวเม ติกส์สามารถปิดได้อย่างสมบูรณ์ ดังรูปที่ 2.31



รูปที่ 2.31 เการทำงานของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ที่มีโพลิเมอร์ซีล [46]

(5) เทคนิคการสร้างระบบของไหลจุลภาคด้วยการใช้วัสดุสัเวย 2 ตัว

การสร้างโครงสร้างจากเครื่องพิมพ์สามมิติแบบ FDM โดยที่ใช้วัสดุสังเวย 2 ตัว [47] โดย หลังจากทำการสร้างขิ้นงานแล้วให้ทำการล้างวัสดุสังเวยที่ 1 (P400-SR) ด้วยน้ำ หลังจากนั้นจึงทำ การหล่อโพลิเมอร์ด้วยเทคนิค ซอฟต์ลิโทกราฟี (Soft Lithography) ซึ่งเมื่อโพลิเมอร์แห้งแล้วให้ทำ การล้างวัสดุสังเวยที่ 2 (ABS-P400) ด้วยกรดอะซิโตน วิธีนี้สามารถสร้างโครงสร้างที่ซับซ้อนได้ แต่ไม่ เหมาะสมกับการสร้างฟิล์มบางและโครงสร้างที่มีค่าความละเอียดสูง เนื่องจากข้อจำกัดการสร้างของ FDM ดังรูปที่ 2.32



รูปที่ 2.32 กระบวนการสร้างโครงสร้างระบบของไหลจุลภาคด้วยการใช้วัสดุสังเวย 2 ตัว [47]

(6) การหล่อชิ้นงานด้วยการใช้แรงเหวี่ยง

การหล่อชิ้นงานช่องทางไหลจุลภาค สามารถทำการหล่อชิ้นงานในแม่พิมพ์ได้ ด้วยการใช้แรง ้เหวี่ยงเพื่อทำการไล่ฟองอากาศออกจาก PDMS ในขณะที่ PDMS จะถูกเหวี่ยงออกทำให้ไหลเข้าไป เต็มในแม่พิมพ์ เมื่อ PDMS เต็มแม่พิมพ์ จึงทำการหยุดการปั่นเหวี่ยงและรอให้แข็งตัวแล้วทำการถอด ออกจากแม่พิมพ์ รูปที่ 2.33



(7) การหล่อชิ้นงานด้วยแม่พิมพ์สองด้านเพื่อสร้างฟิล์มบาง

้วิธีหนึ่งในการหล่อชิ้นงานสามารถทำได้โดยการใช้แม่พิมพ์ที่ทำจากเครื่องพิมพ์สามมิติ ในการ ทำแม่พิมพ์ชิ้นล่างและแม่พิมพ์ชิ้นบน [49] โดยที่มีการจัดวางตำแหน่งแม่พิมพ์ชิ้นล่างและแม่พิมพ์ชิ้น บนให้ตรงกัน (รูปที่ 2.34) เมื่อทำการประกบกันสนิทจึงทำการเทสารผสม PDMS (รูปที่ 2.34) แล้วทำ การลอกชิ้นงานออก (รูปที่ 2.34) ซึ่งวิธีนี้สามารถหล่อชั้นฟิล์มบางได้ แล้วเมื่อชิ้นงานแข็งตัวจึงไป ประสานกับกระจกสไลด์ และต่อพอร์ตเชื่อมต่อ (รูปที่ 2.34) ซึ่งเทคนิคนี้สามารถนำไปประยุกต์ในการ สร้างชิ้นงานช่องทางไหลจุลภาคที่มีหลายๆชั้นได้ ดังรูปที่ 2.34


รูปที่ 2.34 (ก-ง) ขั้นตอนการหล่อชิ้นงานด้วยแม่พิมพ์สองด้าน (จ) รูปชิ้นงานระบบของไหลจุลภาคที่มี หลายชั้น (ไฟล์CAD/ชิ้นส่วนก่อนการประกอบ/ชิ้นงานประกอบ/ชิ้นงานประกอบบรรจุสาร) [49]

(8) ฟิล์มที่สามารถละลายน้ำได้ (เทคนิคชั้นสังเวย)

ชั้นสังเวยที่เป็นสารอนินทรีย์สามารถล้างออกได้ด้วยกรดอะซิโตนหรือการทำลายด้วยความ ร้อน แต่ด้วยสารโพลิเมอร์อินทรีย์นั่นไม่สามารถใช้วิธีการดังกล่าวได้ ด้วยข้อจำกัดของค่าความไวทาง ความร้อนเฉลี่ยที่เปลี่ยนแปลงต่ออุณหภูมิ ทำให้ซึ่งไม่สามารถล้างออกได้ การสร้างขั้นสังเวยที่สามารถ ละลายในน้ำได้ เป็นทางเลือกหนึ่งที่แก้ปัญหาดังกล่าวในข้างต้น [50] โดยคุณสมบัติสำคัญของขั้น สังเวย คือ ฟิล์มหลังจากการใช้เครื่องเหวี่ยง spin-coating จะต้องราบเรียบมีคุณสมบัติแบบเดียว ตลอดช่วงชิ้นงานและสามารถละลายในน้ำได้ซึ่งสารที่จะนำมาใช้เป็นชั้นสังเวยที่ทนต่อการละลายของ ตัวทำละลานอินทรีย์ในกระบวนการสร้างแพทเทิร์นด้วยแสง (Photolithography) ได้แก่ Poly(acrylic acid) ,Dextran ,Poly(methacrylic acid) การใช้ PVA เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่ง สามารถละลายน้ำได้โดยการใช้อุณหภูมิ 80-100 ℃ โดยการตั้งในอ่างน้ำร้อนเป็นเวลา 48 ชั่วโมง

ชั้นสังเวยนิยมใช้ในการสร้างโครงสร้างที่มีความบาง และไม่สามารถสร้างได้โดยวิธีการปกติ เช่น การสร้างคานประจุไฟฟ้าขนาดเล็ก (capacitive cantilever) [51] ดังรูปที่ 2.35



6. Sacrifical layer removing

รูปที่ 2.35 กระบวนการสร้างคานประจุไฟฟ้าขนาดเล็กด้วยเทคนิคชั้นสังเวย [51]

(9) การเลือกรูปแบบช่องทางไหลจุลภาคที่เหมาะสมกับการใช้งานแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์

รูปแบบของช่องทางไหลจุลภาคมีอยู่หลายรูปแบบซึ่งจะมีบางจุดที่ทำการเชื่อมเข้าด้วยกัน หรือเราไม่ต้องการให้มีการเชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยรูปแบบที่เราพบเห็นได้มากในงานระบบของไหล จุลภาคมีด้วยกัน 3 รูปแบบ คือ 2D, Pseudo-3D, Truly 3D [52] ดังรูปที่ 2.36ก โดยรูปแบบ เครือข่าย 2D นั่นเป็นรูปแบบที่ท่อเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งความสูงของท่อในทุกตำแหน่งจะมีความสูงที่ เท่ากัน ซึ่งสามารถใช้วิธีการผลิตแบบ ซอฟต์ลิโทกราฟี (Soft Lithography) ได้ในขณะที่ Pseudo-3D นั่นจะมีลักษณะหน้าตัดที่แตกต่างไปจาก 2D โดยคุณสมบัติหลักเสมือนแบบ 2D แต่ Truly 3D นั่นจะเป็นการออกแบบให้ ช่องทางไหลจุลภาคไม่ต่อชนเข้าด้วยกันซึ่งการสร้างวิธีนี้มีความยุ่งยากและ มีโอกาสเสียหายได้ดังรูปที่ 2.36ข เราสามารถสรุปได้ว่ารูปแบบ 2D นั่นมีความง่ายต่อการสร้างและ เหมาะสมที่สุดสำหรับการนำไปใช้งาน

CHULALONGKORN UNIVERSITY



รูปที่ 2.36 (ก) รูปแบบท่อในระบบของไหลจุลภาคบริเวณที่เชื่อมต่อกับท่ออื่นทั้งแบบ 2D , Pseudo-3D ,Truly 3D [52] (ข) ขั้นตอนการหล่อชิ้นงานรูปแบบ Truly 3D ที่มีโอกาสทำให้ท่อเสียหายได้ [52]

การใช้งานแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ในการปิดช่องทางไหลจุลภาค [53] เมื่อทำการเพิ่มแรงดัน อากาศไปปิดช่องทางไหลจุลภาคในกรณีช่องทางไหลจุลภาคที่มีหน้าตัดสี่เหลี่ยม (รูปที่ 2.37ก) จะไม่ สามารถปิดได้อย่างสมบูรณ์ ในขณะที่ช่องทางไหลจุลภาคที่มีหน้าตัดครึ่งวงกลม (รูปที่ 2.37ก) ฟิล์ม บางจะไปดันที่ผิวของช่องทางไหลจุลภาคได้ดีกว่า ซึ่งช่องทางไหลจุลภาคอีกแบบหนึ่งคือช่องทางไหล จุลภาคแบบทรงสูง ซึ่งใช้การดันฟิล์มบางให้ไปปิดช่องทางไหลจุลภาคซึ่งมีความยุ่งยากในการสร้าง ช่องทางไหลจุลภาคและใช้เทคนิคในการผลิต นอกจากนี้ยังมีโอกาสทำให้ฟิล์มบางเสียหายจากการใช้ งานดังกล่าว (รูปที่ 2.37ข) มาการเพิ่มในการเหล่านี้แห่งเพิ่มเพาะกรมาย



รูปที่ 2.37 (ก) ลักษณะช่องทางไหลจุลภาคที่มีหน้าตัดสี่เหลี่ยมที่มีแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์และการ ทำงาน เปรียบเทียบกับลักษณะช่องทางไหลจุลภาคที่มีหน้าตัดครึ่งวงกลมที่มีแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ และการทำงาน (ข) ลักษณะช่องทางไหลจุลภาคที่มีหน้าตัดแบบทรงสูงที่มีแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ และการทำงาน [53]

จุหาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(10) การหล่อชิ้นงานด้วยแม่พิมพ์ที่สร้างจากฟิล์มแห้งไวต่อแสง

การสร้างแม่พิมพ์ที่สร้างจากฟิล์มไวต่อแสง ทำได้โดยการใช้แผ่นซิลิกอนเวเฟอร์หรือ กระจกสไลด์ [54] ก่อนทำการรีดแผ่นฟิล์มแห้งไวต่อแสง (Dry Film Resist) ให้ได้ในระดับความหนา ที่ต้องการ โดยทำการรีดซ้ำด้วยแผ่นฟิล์มแห้งไวต่อแสงให้ความหนาที่ต้องการเท่ากับความหนารวม ของแผ่นฟิล์มแห้งไวต่อแสงที่นำมารีด จากนั้นทำการฉายแสงด้วยวิธีวิธีโฟโต้ลิโทกราฟี (Photolithography) แล้วะนำไปล้างออกเพื่อใช้งาน (รูปที่ 2.38ก) หรือในกรณีที่มีลวดลายช่องทาง ไหลต่างแบบออกไป (โครงสร้าง 3 มิติ) โดบแบบที่จะใช้สร้างช่องทางไหลจุลภาคควรเล็กกว่าชั้นฐาน เสมอ ไม่สามารถทำแพทเทิร์นด้วยโครงสร้างแบบแขวน (Hanging Structure) ได้ เพราะการฉายแสง ที่ห่างจากฟิล์มไวต่อแสงจะส่งผลต่อคุณภาพของช่องทางไหลจุลภาคได้ โดยให้ทำการรีดแผ่นฟิล์มแห้ง ไวต่อแสงให้ได้ความหนาที่ต้องการทับก่อนทำการฉายแสงด้วยวิธีวิธีโฟโต้ลิโทกราฟี (Photolithography) แล้วทำการล้างออก ดังรูปที่ 2.*38*ข



(11) การหล่อขึ้นงานด้วยแม่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์สามมิติ

กระบวนการหล่อขึ้นงานในปัจจุบันโดยส่วนมากจะทำการหล่อด้วยวิธีซอฟต์ลิโทกราฟี (Soft Lithography) โดยใช้แม่พิมพ์ซึ่งแม่พิมพ์ที่นำมาใช้ในการหล่อนั่นการใช้วิธีโฟโต้ลิโทกราฟี (Photolithography) ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความยุ่งยาก ซึ่งขึ้นกับลักษณะช่องทางไหลจุลภาค ตั้งแต่การเตรียมหน้ากากฉายแสง การสร้างฟิล์มโพลิเมอร์ที่ไวต่อแสง การอบ การฉายแสง UV ให้โพลิ เมอร์ไวต่อแสงแข็งตัวและการล้างฟิล์มโพลิเมอร์ที่ไวต่อแสงออกหลังการฉาย UV ซึ่งอาจมีขั้นตอน ทำซ้ำหลายๆ รอบได้ขึ้นกับความสูงของช่องทางไหลจุลภาค ด้วยวิธีการผลิตชิ้นงานวิธีโฟโต้ลิโทกราฟี (Photolithography) จำเป็นต้องใช้เวลาและผู้ผลิตที่มีทักษะในการสร้างชิ้นงาน นอกจากนี้ในแต่ล่ะ ขั้นตอนต้องมีเครื่องมือเฉพาะในการสร้างชิ้นงาน แต่ในขณะที่การสร้างเม่พิมพ์ด้วยเทคนิคเครื่องพิมพ์ สามมิติ เพื่อใช้ในการสร้างแม่พิมพ์สำหรับการหล่อชิ้นงาน โดยประเด็นหลักที่ต้องคำนึงมีอยู่ 2 ส่วน คือ วัสดุที่ใช้ทำแม่พิมพ์และค่าความละเอียดในการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์สามมิติ [55] วิธีการนี้ดีกว่าวิธีการสร้างแม่พิมพ์จากวิธีโฟโต้ลิโทกราฟี (Photolithography) คือ สามารถ สร้างชิ้นงานต้นแบบหรือผลิตซ้ำได้อย่างง่ายดายโดยใช้โปรแกรม CAD กับเครื่องพิมพ์สามมิติ ผู้ใช้งาน เครื่องพิมพ์สามมิติไม่จำเป็นต้องมีทักษะความรู้สูง ทำให้สะดวกต่อการสร้างแม่พิมพ์สำหรับการหล่อ ชิ้นงาน

กระบวนการหล่อชิ้นงานด้วยวิธีซอฟต์ลิโทกราฟี (Soft Lithography) โดยใช้แม่พิมพ์สามมิติ จะเริ่ม ตั้งแต่การออกแบบโดยโปรแกรม CAD เพื่อทำการสร้างแม่พิมพ์ ก่อนจะทำการหล่อ PDMS แล้วทำการลอกชิ้นงานไปประสานกับกระจกสไลด์ในภายหลัง โดยภาพแม่พิมพ์ในโปรแกรม CAD เมื่อ เทียบกับภาพแม่พิมพ์จากงานจริง แล้วทำการหล่อชิ้นงานออกมา ดังรูปที่ 2.39



รูปที่ 2.39 กระบวนการหล่อชิ้นงานด้วยแม่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์สามมิติ [55]

2.5.4 เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ

วิธีทั่วไปและง่ายที่สุดในการสร้างขึ้นงานต้นแบบระบบของไหลจุลภาค คือ การหล่อซิ้นงาน PDMS บนแม่พิมพ์สามมิติ [56] (ซอฟต์ลิโทกราฟี (Soft Lithography)) ซึ่งแตกต่างจากวิธีการสร้าง แม่พิมพ์แบบทั่วไปซึ่งวิธีการสร้างแบบทั่วไปคือ การสร้างโครงสร้างสามมิติโดยการฉายแสงบนโพลิ เมอร์ไวต่อแสงด้วย UV และการกัดด้วยสารเคมี จากนั่นให้ทำการเทหล่อชิ้นงานและรอให้แข็งตัว ก่อนที่จะนำไปเชื่อมประสานกับชิ้นงานอื่นด้วยออกซิเจนพลาสม่า ด้วยวิธีการผลิตที่กล่าวมาในข้างต้น นี้จะใช้เวลาค่อนข้างมาก มีขั้นตอนการสร้างที่ยุ่งยากและต้องการความเที่ยงตรงของชิ้นงานสูง แต่การ สร้างชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวในข้างต้นได้ นอกจากนี้แม่พิมพ์นี้ยัง สามารถสร้างซ้ำได้อย่างง่ายดาย

วิธีการพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ ถือเป็นกระบวนการผลิตชิ้นงานแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ (Additive Manufacturing) ซึ่งในกระบวนการสร้างชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติมีอยู่ 2 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนการออกแบบชิ้นงาน และขั้นตอนการออกแบบการพิมพ์ชิ้นงาน โดยขั้นแรกนั้นคือ การ ออกแบบชิ้นงานโดยการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบทางด้านวิศวกรรม หลังจากออกแบบเสร็จแล้วให้ทำ การบันทึกไฟล์สกุล .STL แล้วนำเข้าไปในเครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่องพิมพ์สามมิติจะทำการเฉือนชิ้นงานสามมิติ ให้เป็นภาพบนระนาบสองมิติ เพื่อใช้ในการ เคลื่อนที่ของโต๊ะงานหรือหัวพิมพ์ โดยความหนาของชั้นที่เฉือนขึ้นกับวัสดุและค่าความละเอียดที่ได้ทำ การเลือกไว้ เมื่อเครื่องพิมพ์เริ่มทำงาน เครื่องพิมพ์จะทำการสร้างชิ้นงานสามมิติ โดยการสร้างไล่ขึ้น ไปที่ละชั้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการ

การเลือกรูปแบบการสร้างชิ้นงานสามมิติ จะขึ้นกับปัจจัย เช่น ค่าความละเอียด ความเร็วใน การพิมพ์, วัสดุ และขนาดชิ้นงาน เป็นต้น โดยในปัจจุบันเทคโนโลยีการพิมพ์ชิ้นงานสามมิติในงาน ระบบของไหลจุลภาค สารโพลิเมอร์ที่ไวต่อแสงเช่นเรซิน จะใช้ในกระบวนการ Stereolithography, inkjet printingม two-photon polymerization (2PP) ในขณะที่โพลิเมอร์ที่ไม่ไวต่อแสง มี คุณสมบัติเทอร์โมพลาสติก จะนิยมใช้ในกระบวนการ FDM

(1) กระบวนการพิมพ์ขึ้นงานด้วยแสง (Stereolithography-SLA) [57]

กระบวนการพิมพ์ชิ้นงานด้วยแสง (Stereolithography-SLA) เป็นวิธีการสร้างชิ้นงานสาม มิติ มีวัสดุเป็นเรซินซึ่งเป็นโพลิเมอร์ที่ไวต่อแสง UV ในการสร้างชิ้นงานสามมิติจะใช้เลเซอร์ UV ยิ่งไป ที่อ่างที่บรรจุเรซินเหลวแล้ว เป็นการยิ่งทีล่ะจุดจนครบทั้งชั้น เมื่อยิ่งครบหนึ่งชั้น ฐานของอ่างเรซินจะ ทำการปรับให้ระดับให้เรซินไหลเข้ามาท่วมชิ้นงาน แล้วทำการยิ่งชั้นถัดไป จนได้ชิ้นงานสามมิติ ถือ เป็นโครงสร้างเครื่องพิมพ์สามมิติแบบผิวอิสระ (Free Surface) ซึ่งสามารถเลือกยิ่งจุดบนผิวเรซินได้ อิสระ (รูปที่ 2.40ก) กับอีกวิธีหนึ่งจะเป็นการยิ่งแสง UV ไปที่อุปกรณ์ Digital Micromirror Display - DMD ซึ่งสามารถฉายภาพชั้นของชิ้นงานที่ต้องการฉายได้ ก่อนฐานของอ่างเรซินจะทำการปรับให้ ระดับให้เรซินไหลเข้ามาท่วมชิ้นงาน แล้วทำการยิ่งชั้นถัดไป จนได้ชิ้นงานสามมิติ เป็นวิธีการสร้าง แบบชั้นต่อชั้น ทำให้กระบวนการสร้างชิ้นงานสามมิติเร็วขึ้นกว่าวิธีแรกซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพกว่า ถือเป็นโครงสร้างเครื่องพิมพ์สามมิติแบบผิวจำกัด (constrained surface) ซึ่งเป็นการฉายแสงทั้งชั้น ที่ได้จากการเฉือนชิ้นงานจากไฟล์ CAD (รูปที่ 2.40ข)

(2) Two-Photon Polymerization (2PP)

เป็นวิธีการสร้างชิ้นงานสามมิติ โดยการใช้แหล่งพลังงาน near-infrared femtosecond laser ในการทำให้ชิ้นงานแข็งตัว โดยการฉายแสงจากด้านล่างผ่านเรซินขึ้นสู่ด้านบน ซึ่งโฟตอนที่ เกิดขึ้นจะถูกเรซินดูดกลืนในทันทีทำให้เกิดปฏิกิรยาเคมีจากแสงระหว่าง โมโนเมอร์และตัวตั้งต้นด้วย แสง ซึ่งวิธีการนี้มีความละเอียดในระดับนาโนเมตรได้ ซึ่งสามารถการสร้างชิ้นงานที่ซับซ้อนได้ด้วยการ เคลื่อนที่จุดรวมโฟตอนได้อย่างอิสระ ดังรูปที่ 2.40ค



รูปที่ 2.40 โครงสร้างเครื่องพิมพ์สามมิติด้วยแสง (ก) แบบผิวอิสระ (Free Surface) และ (ข) แบบ จำกัดผิว(Constrained Surface) [57] (ค) ภาพการเปรียบเทียบระหว่างการใช้แสง UV ใน Stereolithography กับ NIR ในกระบวนการ 2PP [58]

(3) Photopolymer Inkjet Printing หรือ Multi Jet Modeling (MJM) [57]

เป็นวิธีการสร้างขึ้นงานสามมิติโดยการลำเลียงโพลิเมอร์ไวต่อแสงเข้าไปที่หัวฉีด แล้วทำการ ฉายแสง UV ให้โพลิเมร์แข็งตัวในทันที โดยที่หัวพิมพ์จะเคลื่อนที่ในแนวระนาบ และโต๊ะงานจะ เคลื่อนที่ในแนวดิ่ง ซึ่งมักนิยมในขึ้นงานที่มีโครงสร้างที่ยื่นออกมา (Overhanging Structures) หรือ ขึ้นงานที่มีความซับซ้อนที่ต้องการสาร Support (รูปที่ 2.41ก) วิธีการนี้สามารถใช้วัสดุที่แตกต่างกัน ในการพิมพ์ชิ้นงานได้ โดยคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้สามารถเป็นได้ทั้ง พลาสติกแข็ง พลาสติกอ่อน, ยาง หรือวัสดุที่มีสีแตกต่างกันก็ได้ ซึ่งทำให้การผลิตชิ้นงานสามมิติด้วยวิธีนี้มีราคาที่แพงและเป็นอัตรายต่อ เนื้อเยื่อ (Rigorous Biocompatibility) การใช้งานที่นิยม จะใช้ในการสร้างแบบจำลองของอวัยวะ เช่น กล้ามเนื้อ, กระดูก, หัวใจ หรือกะโหลกศีรษะ เป็นต้น สำหรับในการสร้างชิ้นงานระบบของไหล จุลภาค วิธีการสร้างนี้มีประโยชน์ คือค่าความละเอียดสูงและสามารถพิมพ์งานวัสดุที่แตกต่างพร้อมกัน ได้ โดยการสร้างวัสดุสังเวยตรงช่องทางไหลจุลภาคเพื่อสร้างช่องเติมสารในระบบของไหลจุลภาค ด้วย การพิมพ์ชิ้นงานในครั้งเดียว

(4) Fused Deposition Modeling (FDM) [57]

วิธีการพิมพ์ชิ้นงานสามมิติโดยการป้อนเส้นพลาสติกเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดวิธีหนึ่ง ในปัจจุบัน ด้วยราคาเครื่องที่ถูกกว่าวิธีอื่น สามารถใช้วัสดุในการพิมพ์ได้หลากหลาย ซึ่งเหมาะกับการ สร้างชิ้นงานโดยทั่วไป การทำงานของเครื่องพิมพ์นี้จะทำการป้อนเส้นพลาสติกไปที่หัวฉีดซึ่งบริเวณ หัวฉีดนี้จะมีตัวให้ความร้อนเพื่อให้พลาสติกหลอมละลาย แล้วทำการฉีดไปที่ฐานของชั้นงานจนครบ หนึ่งชั้น ก่อนที่จะทำการเคลื่อนโต๊ะงานลงและทำการฉีดในชั้นถัดไป จนได้ชิ้นงานสามมิติดังรูปที่ 2.41 ข

วัสดุที่ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติประเภทนี้ จะมีราคาถูกและสามารถเข้ากับเนื้อเยื่อได้ เช่น Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Poly-Lactic Acid (PLA), Polycarbonate, Polyethylene Terephthalate (PET), Polyamide and Polystyrene การสร้างช่องทางไหล จุลภาคด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติประเภทนี้ จะมีความท้าทายอยู่ 3 ประการ คือ การฉีดเส้นพลาสติกไม่ สามารถฉีดให้ต่อเนื่องได้ในช่วงรอยต่อของช่องทางไหลจุลภาค, ชิ้นงานสามารถเกิดรอยรั่วได้ง่าย เนื่องจากโครงสร้างขาดความสมบูรณ์ระหว่างชั้นที่ทำการฉีดพลาสติก และขนาดของเส้นพลาสติกที่ ใหญ่กว่าช่องทางไหลจุลภาค



รูปที่ 2.41 โครงสร้างเครื่องพิมพ์สามมิติ (ก) Photopolymer Inkjet Printing [57] (ข) Fused Deposition Modeling [57]

กระบวนการผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติทั้ง 4 วิธีที่กล่าวมาในข้างต้นนี้ สามารถ เปรียบเทียบคุณลักษณะที่สำคัญของเทคนิคการผลิตชิ้นงานสามมิติดังตารางที่ 2.9

ตารางที่ 2.9 ตารางเปรียบเทียบเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ [57], [56]

	SLA	2PP	MJM	FDM
ความสามารถ การสร้าง ขิ้นงาน สาม มิติ	N/A	สามารถสร้าง ชิ้นงานที่มีความ ซับซ้อนสูงได้	N/A	มีข้อจำกัดการสร้าง ช่องทางไหลจุลภาค แบบวงกลมและ จุดเชื่อมต่อที่เป็นมุม ฉาก
ความละเอียด (Resolution)	สูง ได้ผิวงาน สุดท้าย	สูงมาก	ต่ำ	ต่ำ
แหล่งพลังงาน	Laser/UV	Near Infrared	UV	Thermal
วัสดุ	Photocurable resin/polymer	Photocurable resin/polymer	Photocurable resin/polymer	Thermoplastics
การสร้างด้วย วัสดุหลาย ชนิดพร้อมกัน	สามารถทำได้ด้วย เครื่องพิมพ์ที่มี คุณสมบัติการ พิมพ์หลากหลาย	ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากเป็น การโฟกัสจุดโฟ ตอนในน้ำยาเร ซิน	สามารถทำได้	เป็นไปได้ สามารถทำ ได้ทั้งการเปลี่ยนวัสดุ ในการพิมพ์ในแต่ล่ะ ชั้น หรือหัวพิมพ์ 2 หัว
เวลาในการ สร้าง	SLA ต้องทำการ อบหลังจากพิมพ์ ชิ้นงานและกำจัด Support DLP สร้างได้น้อย	ใช้เวลาในการ สร้างนาน	สร้างได้เร็ว CERSINY	ใช้เวลาในการสร้าง นาน

2.5.5 เทคนิคการเชื่อมประสาน

จุดที่วิกฤตมากที่สุดในการออกแบบสำหรับในการพัฒนาระบบของไหลจุลภาคที่สร้างมาจาก PDMS คือ การประสานชิ้นงาน 2 ชิ้นมาประกอบเข้าด้วยกัน ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของการ ประสานชิ้นงานมีตั้งแต่ เทคนิคในการประสานชิ้นงาน, การทำความสะอาดผิวชิ้นงาน, อัตราส่วนผสม ระหว่าง PDMS:Syglad184, อุณหภูมิที่ใช้และช่วงเวลาในการปล่อยให้แข็งตัว

หลังจากที่ทำการสร้างขึ้นงานช่องทางไหลจุลภาคและฟิล์มบางแล้ว การประสานขึ้นงานเพื่อ ประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน จะขึ้นกับชนิดของวัสดุเป็นหลัก โดยส่วนมากแล้วจะเป็นการประสาน ชิ้นงาน PDMS-PDMS หรือ PDMS-กระจกสไลด์ เข้าด้วยกัน

การเชื่อมประสานในงานระบบช่องทางไหลจุลภาค มีความจำเป็น เมื่อมีโครงสร้างตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไปมาประกอบเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นได้ทั้งการสร้างโครงสร้างเฉพาะให้ซับซ้อน,การติดตั้งอุปกรณ์ บางอย่าง หรือการสร้างระบบช่องทางไหลจุลภาค เพื่อนำไปใช้งานที่ต้องการคุณสมบัติเฉพาะอย่าง การเชื่อมประสานในระบบของไหลจุลภาค สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 รูปแบบใหญ่ๆ [59] ได้ดังนี้

(1) การเชื่อมประสานซิลิกอนโดยตรง (Silicon Direct Bonding)

การเชื่อมประสานซิลิกอนโดยตรงเป็นการประสานชั้นซิลิกอน 2 ชั้น โดยการเพิ่มความร้อน เพื่อให้พันธะโควาเลนต์กลุ่มไฮดรอกไซด์ (-OH) หลุดออก เป็นการประสานพันธะระหว่างซิลิกอน-ซิลิกอน หรือ ซิลิกอน-ออกซิเจน

(2) Anodic Bonding จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั

เป็นการประสานขึ้นงาน 2 ขึ้นเข้าด้วยกัน โดยที่ขึ้นแรกจะเป็นโลหะหรือซิลิกอน ในขณะที่ชิ้น ที่สองจะเป็นแก้ว (Glass) borosilicate glass โดยการสร้างสนามไฟฟ้าด้วยแท่งอิเล็กโทรดที่ (200-1000V) และให้ความร้อน (350-400 °C) โดยการให้อิออนของโซเดียมด้วย NaO₂ ดังรูปที่ 2.42



รูปที่ 2.42 การประสานชิ้นงานระหว่างกระจกกับซิลิกอน [60] ลักษณะของอิออนที่เกิดขึ้นระหว่าง การเชื่อมประสาน

(3) การประสานกระจก (Glass Bonding)

Glass Bonding เป็นการประสานกระจก 2 ชั้นเข้าด้วยกันโดยที่จะต้องมีค่าสัมประสิทธิ์การ ขยายตัวทางความร้อนและการถ่ายเทอุณหภูมิเท่ากัน ซึ่งชิ้นงานทั้ง 2 ก่อนนำมาทำการเชื่อมประสาน เข้าด้วยกัน จะต้องไปทำออกซิเจนพลาสม่าหรือกัดด้วยน้ำยาปิรันย่า (peroxymonosulfuric acid H₂SO₅) เพื่อให้มี OH-groups บนผิวชิ้นงาน แล้วนำไปเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ 500-600℃ ในสภาวะ สุญญากาศ ซึ่งจะใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมง เพื่อให้ประสานกันได้

(4) การเชื่อมประสานโดยมีชั้นตัวกลาง (Bonding with Intermediate Layers)

การเชื่อมประสานด้วยวิธีนี้สามารถทำได้ทั้งประเภทโลหะ ซึ่งโลหะทั้ง 2 ชนิดจะมีค่าอุณหภูมิ ในการหลอมเหลวที่แตกต่างกัน เช่น การประสานดีบุกเข้ากับทองแดงหรือทองคำ โดยการให้อุณหภูมิ ที่สูงพอให้ดีบุกหลอมละลายและเข้าประสานกับทองแดงหรือทองคำ เรียกว่า solid–liquid interdiffusion bonding นอกจากนี้การเชื่อมประสานด้วยสารยึดเกาะ ซึ่งอยู่ในรูปสารเคมีหรือโพลิ เมอร์ที่ยังไม่แข็งตัว สามารถทำได้แต่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเคมี คุณสมบัติทางกลของสารดังกล่าว เช่น เทปกาว เป็นต้น [61] หรือจะเป็นการเชื่อมประสานระหว่าง PDMS-PDMS ในช่วงที่ยังไม่แข็งตัว โดยสมบูรณ์มาทำการประสานชิ้นงาน [62]

(5) การเชื่อมประสานโดยการกระตุ้นพลาสม่า (Plasma-Activated Bonding)

เป็นการใช้การกระตุ้นพลาสม่าในการเปลี่ยนคุณสมบัติของพื้นผิว วิธีการดังกล่าวนี้ จะเป็น การเปลี่ยนโมโนเมอร์ O–Si(CH3)2 บริเวณพื้นผิวของชิ้นงานให้กลายเป็นกลุ่มไฮดรอกซี่ ซึ่งเมื่อรวม กับซิลิกอนจะเรียกว่า SiOH ซึ่งจะทำให้เกิดพันธะโควาเลนต์ระหว่างพื้นผิวชิ้นงานซึ่งจะเปลี่ยน คุณสมบัติพื้นผิวจากไม่ชอบน้ำ (Hydrophobic) เป็นพื้นผิวที่ชอบน้ำ(Hydrophilic) ซึ่งทำให้การเชื่อม ประสานของ PDMS-PDMS ประสานกันได้ดียิ่งขึ้น [63] ดังรูปที่ 2.43



รูปที่ 2.43 การเปลี่ยนสภาพของผิว PDMS ด้วยเทคนิคการเชื่อมประสานด้วยพลาสม่า (Plasma-Activated Bonding Technique)

วิธีการออกซิเจนพลาสม่า (Oxygen Plasma) เป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดย การกระตุ้นให้แก้สในห้องปิดระบบสุญญากาศเกิดการแตกตัว และประจุไออนไปทำปฏิกิริยาที่ ผิวชิ้นงาน วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ต้องคำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญ 3 ประการ [63] คือ ความดันอากาศในถัง, ความถี่ที่ใช้งาน และเวลาที่ใช้ ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีที่แพง อุปกรณ์มีขนาดใหญ่จำเป็นต้องมีการ ดูแลรักษาอย่างดี ซึ่งใช้งานยากต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการใช้งาน อีกทั้งยังเป็นวิธีที่ใช้ในการเชื่อม ประสานได้ช้า เพราะขนาดของห้องที่ใส่ชิ้นงานมีขนาดจำกัด และต้องใช้เวลาในการเปิดและปิดระบบ สุญญากาศในช่วงการนำชิ้นงานเข้าหรือออกจากห้อง อีกทั้งยังต้องทำในห้องสะอาดเพื่อควบคุม สภาพแวดล้อมอีกด้วย [64], [65]

การทดสอบความแข็งแรงในการเชื่อมประสานด้วยวิธีออกซิเจนพลาสม่า โดยการใช้แรงดึง [63] ซึ่งค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญต่อความแข็งแรงในการเชื่อมประสาน คือ ระดับแรงดันอากาศ ระดับ พลังงาน และเวลาที่ใช้ในการให้ออกซิเจนพลาสม่า ซึ่งจากการทดลองพบว่าที่เวลาที่มากกว่าจะให้ ความแข็งแรงของการเชื่อมประสานสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ วิธีการคายประจุโคโรน่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นระบบที่ สามารถทำงานได้ในความดันบรรยากาศปกติและที่อุณหภูมิห้อง ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีระบบจ่ายแก๊สและ ระบบสุญญากาศ ทำให้ราคาอุปกรณ์ถูกลงมาก อีกทั้งขนาดเครื่องมือของวิธีการคายประจุโคโรน่ามี ขนาดที่ไม่ใหญ่มาก สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยง่าย [65] ซึ่งในการใช้งานควรมีแพลตฟอร์มที่ไม่นำ ไฟฟ้ามาปูรองพื้นที่ทำการเชื่อมประสานชิ้นงาน (รูปที่ 2.44ก)

การใช้งานทำได้ง่าย โดยการเปิดเครื่องคายประจุโคโรน่า ซึ่งจะสร้างประจุไอออนใน บรรยากาศโดยใช้แรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่สูง หลังจากนั้นจะเกิดย่านการคายประจุโคโรน่า เมื่อทำ การเลื่อนอิเล็กโทรดเข้าใกล้ชิ้นงานมากพอ จะเห็นเป็นลักษณะสายฟ้าสีม่วงจากอิเล็กโทรดลงไปที่ ชิ้นงาน และสายฟ้าสีม่วงจะกระจากออกโดยรอบก่อนที่จะหายไปในบรรยากาศ ซึ่งอิเล็กโทรดที่ใช้จะ ทีอยู่ 2 ประเภท คือ แบบแท่งลวดตรง (รูปที่ 2.44ข) และแบบสปริง (รูปที่ 2.44ค)



รูปที่ 2.44 (ก) เครื่องคายประจุโคโรน่า แท่งอิเล็กโทรดแบบแท่งลวดและสปริง กับแพลตฟอร์มที่ไม่นำ ไฟฟ้า (ข) การเชื่อมประสานชิ้นงานด้วยอิเล็กโทรดแบบแท่งลวด (ง) การเชื่อมประสานชิ้นงานด้วย อิเล็กโทรดแบบสปริง [65]

วิธีการนี้จะมีความยากในการปริมาณค่าพารามิเตอร์ที่ [64] แน่นอน โดยจะขึ้นกับระดับ พลังงานแบบไม่เป็นเชิงตัวเลข (non-numerical) ที่เกิดขึ้นจากเครื่องคายประจุโคโรน่า (แรงดันไฟฟ้า และความถี่) ระยะห่างระหว่างชิ้นงานและอิเล็กโทรด ขนาดของชิ้นงาน เวลาที่ให้ประจุ และรูปแบบ การให้ประจุ เป็นต้น นอกจากนี้อาจมีปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกมาเกี่ยวข้องอีกด้วย วิธีการคายประจุโคโรน่า มีข้อได้เปรียบอีกอย่างที่ชัดเจนกว่าวิธีอื่น กล่าวคือ สามารถลอก ชิ้นงานออกจากกันและทำการติดตั้งใหม่ได้ในช่วงเวลาประมาณ 30 นาที -1 ชั่วโมงแรก โดยที่ไม่ทำให้ สมบัติของการเชื่อมประสานเสียไป [65] ซึ่งเหมาะต่อการประสานชิ้นงานที่มีหลายชั้น ซึ่งช่วงเวลาที่ เหมาะสมต่อการใช้ประจุโคโรน่าสำหรับการประสานชิ้นงานขนาด 1 cm² จำนวน 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน คือช่วงเวลา 30-40 วินาที

2.5.6 การทดสอบความแข็งแรงของการเชื่อมประสานชิ้นงาน

หัวข้อนี้จะรวบรวมรูปแบบการทดสอบความแข็งแรงของการเชื่อมประสานชิ้นงานนี้ ซึ่ง 2 วิธี ใหญ่ๆ คือ วิธีการเพิ่มแรงดันอากาศจนชิ้นงานเสียหายหรือเกิดการรั่วไหลของลมอัด และวิธีการ ทดสอบโดยการดึงชิ้นงานออกจากกันจนชิ้นงานขาดออกจากกัน

(1) วิธีการเพิ่มแรงดันอากาศจนชิ้นงานเสียหายหรือเกิดการรั่วไหลของลมอัด

การเชื่อมประสานชิ้นงาน PDMS มีความจำเป็นต่อการพัฒนาระบบของไหลจุลภาคและ แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ ซึ่งในปัจจุบันการเชื่อมประสานยังเป็นการลองผิดลองถูก เพื่อหา ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม [66]

การทดสอบความแข็งแรงของการเชื่อมประสาน PDMS-PDMS [62] โดยทำการทดสอบ เปรียบเทียบระหว่างเทคนิคต่างๆ ที่นำมาใช้ในการเชื่อมประสาน (รูปที่ 2.45ก) โดยการสร้างชั้น PDMS ขึ้นมา 2 ชั้น โดยชั้นล่างนั้นจะเป็น PDMS รูปทรงตัน ในขณะที่ชั้นบนจะมีท่อสำหรับใส่ท่อลม และห้องทรงกระบอกที่มีความกว้าง 5 mm. และสูง 0.1 mm. โดยหลังจากทำการประสานด้วยวิธี ต่างๆแล้ว จะทำการเพิ่มระดับแรงดันอากาศเป็นขั้นบันได โดยเริ่มจากที่ 0 kPa ดดยเพิ่มขึ้นท 35 kPa ทุก 5 วินาที จนเกิดการรั่ว ซึ่งจากการทดสอบทั้ง 5 วิธีพบว่า วิธีการ ออซิเจนพลาสม่า กับวิธีการคาย ประจุโคโรน่า จะมีความแข็งแรงในการเชื่อมประสานต่ำกว่าอีก 3 วิธีที่เหลือ อีกวิธีการวัดค่าความ แข็งแรงของการเชื่อมประสานจากแรงที่เกิดขึ้นที่ฟิล์มบางและชิ้นงานบริเวณขอบของตุ่มอากาศ (Bilister) [66] และดูค่าความแข็งแรงก่อนที่แรงดันอากาศจะชนะแรงที่ยึดฟิล์มบางกับชิ้นงาน (รูปที่ 2.45ข) ซึ่งสามารถสรุปรูปแบบการทดสอบได้ในตารางที่ 2.10



รูปที่ 2.45 การทดสอบความแข็งแรงของการชื่อมประสานโดยการเพิ่มแรงดันอากาศแบบขั้นบันได [62, 66]



Chulalongkorn University

(2) วิธีการทดสอบโดยการดึงขึ้นงานออกจากกันจนชิ้นงานขาดออกจากกัน

นำชิ้นงานที่เชื่อมประสานแล้วจะทำการดึงชิ้นงานทั้ง 2 ชิ้นออกจากกันจนขาดซึ่งจะสามารถ วัดแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการทดสอบได้ เช่น การดึงชิ้นงาน PDMS-PDMS ให้ขาดโดยที่บริเวณปลาย ข้างหนึ่งของชิ้นงานจะถูกจับกับอุปกรณ์จับชิ้นงาน ในขณะที่ปลายอีกข้างหนึ่งจะถูกเชื่อมประสาน ด้วยวิธีออกซิเจนพลาสม่า [63] (รูปที่ 2.46ก) หรือการเชื่อมประสานชิ้นงานระหว่าง PDMS กับแผ่น เทอร์โมพลาสติกซึ่งมีอยู่ 4 ชนิดด้วยกัน [67] คือ polycarbonate (PC), cyclic olefin copolymer (COC), polystyrene (PS) และ polymethylmethacrylate (PMMA) โดยทำการเชื่อมประสาน ด้วยออกซิเจนพลาสม่า และนำไปทดสอบโดยการใช้อุปกรณ์จับชิ้นงานดึงชิ้นงาน (รูปที่ 2.46ข) ซึ่ง สามารถสรุปรูปแบบการทดสอบได้ในตารางที่ 2.10



รูปที่ 2.46 การทดสอบความแข็งแรงของการเชื่อมประสานด้วยการดึงชิ้นงานให้หลุดออกจากกัน (ก) PDMS-PDMS [63] (ข) PDMS-PC/COC/PMMA/PS [67]

	ູຮູປແບບ	2011111111111111	
ผู้แต่ง G H	1 การ	GKORN UNIVE เทคนิคการทดสอบ	
	ทดสอบ		
Mark at al. 2008 [(2]	แรงดัน	ทำการเพิ่มแรงดันอากาศเป็นขั้นบันไดทีล่ะ 35 kPa ทุก 5 วินาที	
Mark et al., 2008 [62]	อากาศ	จนกว่าจะเกิดการรั่ว	
	แรงดัน	ทำการเพิ่มแรงดันอากาศ จนเส้นผ่านศูนย์กลางที่วัดได้เกิดการ	
LU et al., 2007 [66]	อากาศ	ขยายเพิ่มเกิน 5% เมื่อเทียบกันตอนเริ่มต้นจากกล้องจุลทรรศน์	
Chen and Wharton,	100	ทำการดึงชิ้นงาน PDMS-PDMS จนบริเวณที่ประสานจะหลุดออก	
2017 [63]	1197817	จากกัน	
	แรงดึง	ทำการดึงชิ้นงาน PDMS-PC/COC/PMMA/PS ซึ่งเป็นฟิล์ม	
SUNKARA EL AL., 2011 [67]		พลาสติกบางจนบริเวณที่ประสานจะหลุดออกจากกัน	

ตารางที่ 2.10 การทบทวนวรรณกรรมการทดสอบการเชื่อมประสานชิ้นงาน

2.5.7 เทคนิคการเชื่อมต่อระบบของไหลจุลภาค

้ปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างต่อประสิทธิภาพโดยรวมของระบบของไหลจุลภาค คืออุปกรณ์ เชื่อมต่อระหว่างระบบของไหลจุลภาคกับอุปกรณ์ภายนอก (เช่นภายนอกปั้ม, วาล์ว, ท่อ, ฯลฯ) ซึ่ง ในการออกแบบระบบของไหลจุลภาคส่วนมากมักละเลยผลที่เกิดจากระบบการเชื่อมต่อของระบบของ ใหลจุลภาค โดยอุปกรณ์เชื่อมต่อเหล่านี้จะเป็นจำกัดประสิทธิภาพของระบบของไหลจุลภาค

ระบบการเชื่อมต่อในอุดมคติ จะต้องมีดังต่อไปนี้ มี (1) dead volume น้อยที่สุด (2) หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของกลุ่มตัวอย่าง (3) จะง่ายต่อการเสียบ (4) ต้องถอดออกได้และนำมาใช้ใหม่ (5) มีความน่าเชื่อถือที่ความดันสูง (6)จะมีขนาดเล็กพอที่จะช่วยให้การเชื่อมต่อความหนาแน่นสูง (7) ้สามารถสร้างได้โดยใช้เทคนิคที่ง่ายและต้นทุนต่ำ (8) ทนต่อการปฏิกิริยาทางเคมีและ (9) เข้ากันได้กับ อุปกรณ์และท่อที่ขายในเชิงพาณิชย์

การจัดหมวดหมู่ของรูปแบบของอุปกรณ์เชื่อมต่อ สามารถจัดได้หลายรูปแบบ เช่น การวาง แนวเสียบ (เช่น In-Plane หรือ Out-plane) วัสดุของระบบของไหลจุลภาค (เช่น PDMS พลาสติก แก้ว / ซิลิกอน ฯลฯ) ความสามารถในการทนแรงดันและจำนวนการเชื่อมต่อสูงสุดในระบบของไหล จุลภาค เป็นต้น ซึ่งในที่นี้ขอแบ่งตามรูปแบบการเชื่อมต่อ

เทคนิคการเชื่อมต่อระบบของไหลจุลภาคสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบ ตามลักษณะ การติดตั้งและต่อพอร์ต [68] คือ (1) แบบแทรกสอดด้วยเข็มหรือท่อโดยตรง จำเป็นต้องประกอบและ ้ถอดออกทุกจุด (2) แบบสัมผัส มักนิยมใช้ในกรณีที่มีพอร์ตเชื่อมต่อจำนวนมาก หรือต้องการประกอบ หรือถอดออกอย่างรวดเร็ว (3) แบบถาวร เหมาะสำหรับการใช้งานในกรณีที่มีความดันสูงกว่า 1 MPa หรือต้องการยึดติดตายตัว (4) แบบเฉพาะงาน (Monolithic) เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อที่ต้องการ คุณลักษณะหรืออุปกรณ์การใช้งานเฉพาะงาน

(1) แบบแทรกสอดด้วยเข็มหรือท่อโดยตรง

การเชื่อมต่อระบบของไหลจุลภาคในช่วงแรกจะเป็นการเชื่อมต่อโดยตรง โดยการใช้เข็มหรือ ท่อต่อตรงเข้ากับระบบของไหลจุลภาค ซึ่งจำนวนเข็มหรือท่อที่ใช้ในการเชื่อมต่อจะขึ้นกับจำนวนอิน ้เล็ทและเอาท์เล็ท โดยในการติดตั้งจะต้องทำการเชื่อมต่อเข็มและท่อทุกตำแหน่งที่ใช้งาน ถือว่าเป็นวิธี ้ที่ง่ายที่สุด ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อจากด้านบนของระบบของไหลจุลภาค [69] (รูปที่ 2.47ก) ซึ่งมีโอกาสที่ ทำให้เซลล์หรือไมโครบีดส์เคลื่อนที่ได้ยาก การเชื่อมต่อโดยใช้เข็มต่อเข้ากับแนวเดียวกับช่องทางไหล ้จุลภาค เพื่อให้การเคลื่อนที่ทำได้ง่ายขึ้น [70] (รูปที่ 2.47ข) นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์การ เชื่อมต่อโดยสร้างอุปกรณ์ที่สามารถหยดสารที่ต้องการเข้าไปในระบบร่วมกับปั๊มเข็มฉีดยาได้ [71] ซึ่ง เป็นพอร์ตเชื่อมต่อสเตนเลสที่สามารถใส่สารในปริมาตร (1-20 µL) ซึ่งทำให้ความสามารถในการใช้ งานสูงขึ้น อีกวิธีหนึ่งในการใช้งานการเชื่อมต่อให้รวดเร็วขึ้น คือ การออกแบบชุดเชื่อมต่อ โดยอาศัย แนวคิดของปลั๊กและเต้ารับที่ใช้ในอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ [72] ,[73] เช่น คอมพิวเตอร์ จะทำให้การ ติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับระบบภายนอกทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จากการติดตั้งที่ละจุด เป็นการติดตั้งชุดท่อใน ครั้งเดียว



รูปที่ 2.47 (ก) ระบบของไหลจุลภาคที่มีการเชื่อมต่อด้วยเข็ม [69] (ข) รูปแบบการติดตั้งท่อหรือเข็ม ในแนวตั้งตรงและแนวนอน และผลการเคลื่อนที่ของอนุภาค [70]

(2) แบบสัมผัส

ระบบของไหลจุลภาคเมื่อมีจำนวนอินเล็ทและเอาท์เล็ทจำนวนมาก (>100) ซึ่งทำให้การ เชื่อมต่อแบบดั้งเดิมไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน เนื่องจากต้องเสียเวลาในการติดตั้งและถอดอุปกรณ์ทุก ชิ้น การพัฒนาระบบเชื่อมต่อระบบของไหลจุลภาคเมื่อมีจำนวนอินเล็ทและเอาท์เล็ทจำนวนมาก สามารถทำได้โดยการสร้างชุดเชื่อมต่อกับชิ้นงานระบบของไหลจุลภาค เมื่อทำการใช้งานจะใช้แรงทาง กลจากจิ๊ก [74] (รูปที่ 2.48ก) ,การใช้สกรูยึดเฟรมที่มีปะเก็นที่พอร์ตให้แน่น [75] (รูปที่ 2.48ข) หรือ การใช้ระบบสุญญากาศ [76] (รูปที่ 2.48ค) ยึดชุดเชื่อมต่อกับชิ้นงานระบบของไหลจุลภาคให้ตำแหน่ง ท่อของทั้ง 2 อุปกรณ์นี้ตรงกันและแนบสนิทไม่เกิดการรั่วออกมา ซึ่งการใช้ระบบสุญญากาศนี้สามารถ เชื่อมต่อพอร์ตนับร้อยพอร์ตได้ด้วยการเชื่อมต่อเพียงครั้งเดียวดังรูปที่ 2.48ง

นอกจากนี้การใช้พอร์ตแม่เหล็กที่มีราคาถูก, สร้างง่าย และสามารถใช้ซ้ำได้ โดยการออกแบบ ให้ก้อนแม่เหล็กถาวรถูกเจาะตรงกลาง แล้วสอดด้วยเข็มหรือท่อ แล้วประสานปิดด้วยกาว Epoxy โดยที่บริเวณปลายก้อนแม่เหล็กที่ติดตั้งเข็มหรือท่อ จะมีปะเก็นติดอยู่ไว้แนบกับผิวชิพของไหลจุลภาค (รูปที่ 2.48จ) ซึ่งจะใช้สนามแม่เหล็กจากแม่เหล็กถาวร 2 ก้อนดูดติดกัน โดยมีชิพของไหลจุลภาค คั่นกลาง [77] ซึ่งเป็นลักษณะพอร์ตแบบแนบสัมผัสใช้งานง่ายกว่าระบบแรงกลจากจิ๊กหรือระบบ สุญญากาศดังรูปที่ 2.48 ฉ



รูปที่ 2.48 รูปแบบพอร์ตแบบสัมผัส (ก) แรงจากอุปกรณ์จับชิ้นงาน [74] (ข) แรงจากสกรูและเฟรม [75] (ค-ง) ระบบสุญญากาศ [76] (จ) โครงสร้างการเชื่อมต่อด้วยแม่เหล็ก (จ) ส่วนประกอบการ เชื่อมต่อด้วยแม่เหล็ก [77]

(3) แบบถาวร

วิธีการเชื่อมต่อของไหลโดยทั่วไปที่เป็นที่นิยมจะอยู่ในรูปแบบการเชื่อมต่อกับเช็มหรือท่อโดย การเสียบ หรือการแนบสัมผัสโดยใช้ปะเก็น ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายและสามารถถอดพอร์ตเข้าออกได้ อย่างไรก็ตามการใช้งานระบบของไหลจุลภาคในกรณีที่มีความดันสูง(มากกว่า 1 MPa) มักนิยมเป็น การเชื่อมต่อแบบถาวรโดยใช้สารยึดเกาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพวัฏจักรและความน่าเชื่อถือของการ เชื่อมต่อของไหล [68] ความท้าทายหลักของการใช้สารยึดเกาะที่มีความเสี่ยงต่อการอุดตันของท่อและ ช่องทางไหลจุลภาคด้วยสารยึดเกาะ, ดังนั้นการควบคุมเวลานั่นจำเป็นต่อการเชื่อมประสานอุปกรณ์ เชื่อมต่อกับระบบของไหลจุลภาคโดยมีสารยึดเกาะแบบถาวร ซึ่งประกอยด้วยสารเคมีและตัวทำ ละลาย

การใช้แผ่นกาวยึดเกาะสามารถแก้ปัญหาการอุดตันของท่อได้ เช่น การใช้เทปกาวสองหน้าใน การติดท่อเชื่อมต่อด้านหนึ่งกับระบบของไหลจุลภาคที่เป็นกระดาษอีกข้างหนึ่ง [78] ซึ่งการสร้างชิพ ของไหลจุลภาคด้วยกระดาษทำได้โดยการใช้มีดเซาะร่องสร้างช่องทางไหลจุลภาค จากนั้นนำกระดาษ ไปอบด้วย C₁₀^F เพื่อเปลี่ยนให้อยู่ในสถานะเป็นกลาง (Omniphobic) แล้วนำเทปใสที่เจาะรูอินเล็ท และเอาท์เล็ทแล้วมาติดที่กระดาษแล้วนำแหวนที่มีกาวสองหน้าติดเข้าไปที่พอร์ตเชื่อมต่อกับท่อติดลง ไปและติดตั้งท่อในตอนท้ายดังรูปที่ 2.49ก นอกจากนี้การเชื่อมต่อแบบถาวรโดยการใช้อุณหภูมิเพื่อ เปลี่ยนคุณสมบัติของพอร์ตก่อนที่จะเปลี่ยนสู่อุณหภูมิห้องทำได้หลายวิธี เช่น การเชื่อมต่อพอร์ตที่ สร้างจากซิลิกอนแล้วใช้ไนโตรเจนเหลวในการทำให้ท่อหดตัวก่อนนำมาใส่พอร์ตเพื่อให้ท่อแนบแน่น กับพอร์ตเมื่อทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง [79] (รูปที่ 2.49ค) หรือ การใส่ท่อแล้วเพิ่มอุณหภูมิเพื่อให้ปลายท่อ ละลายเข้ากับชิพของไหลจุลภาค [80] (รูปที่ 2.49ค) โดยการใส่ท่อเทฟลอน (PTFE) เข้าไปในชิพของ ไหลจุลภาคซึ่งรูที่ชั้น Pyrex จะมีขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกของท่อทำให้สามารถใส่ท่อ เข้าไปได้ง่าย เมื่อต้องการติดตั้งท่อให้ใส่ท่อที่มีลวดเหล็กสอดไส้เพื่อไม่ให้ท่อเสียหายในช่วงที่ใส่เข้าไป โดยที่เปิดเตาร้อนที่อุณหภูมิ 380℃ บริเวณปลายท่อจะเริ่มละลายก็ทำการดึงขึ้นให้บริเวณปลายท่อ อยู่ที่ชั้น Pyrex ให้ปลายท่อละลายติดแล้วทำการใส่อีพ็อกซี่ (Epoxy) ที่อุณหภูมิ 120℃ เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ให้อีพ์อกชื่แข็งตัว



รูปที่ 2.49 (ก) การใช้เทปกาวติดพอร์ตเชื่อมต่อ [78] (ข) การใช้ไนโตรเจนเหลวลดขนาดท่อก่อนติดตั้ง กับพอร์ตแล้วทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องให้ท่อติดกับพอร์ต [79] (ค) กระบวนการเชื่อมต่อท่อกับชิพของไหล จุลภาคโดยใช้อุณหภูมิจากเตาร้อนและกาวอีพ็อกซี่ [80]

การหลีกเลี่ยงปัญหาการอุดตันของสารยึดติดสามารถทำได้ด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น การออกแบบ ชิพของไหลจุลภาคที่ใช้การบัดกรีในการเชื่อมต่อ [81] ซึ่งสร้างจากชั้นซิลิกอนที่มีช่องทางไหลจุลภาค มาประสานกับชั้น Pyrex โดยที่ตำแหน่งเชื่อมต่อพอร์ตออกสู่ภายนอกจะทำการสร้างลวดลายขงโลหะ จำพวกทองแดงหรือไททาเนียมเพื่อไว้สำหรับบัดกรีกับท่อเชื่อมต่อโลหะด้วยตะกั่ว (รูปที่ 2.50ก) ซึ่ง การเชื่อมต่อที่ออกจากชิพของไหลจุลภาคจะมีชุดสำหรับเชื่อมต่อกับพอร์ตที่ขายในเชิงพาณิชย์ (รูปที่ 2.50ข) โดยที่สามารถทนความดันอากาศได้สูงถึง 200 atm. นอกจากนี้ยังมีวิธีการเชื่อมต่อท่อซึ่งเป็น การเชื่อมต่อท่อในแนวระดับโดยที่มีการใส่กาวเพื่อให้ยึดติดที่บริเวณจุดที่ใส่ท่อเข้าไป [82] โดยท่อที่ใส่ เข้าไปจะชนกับบริเวณจุดที่ลดขนาดของช่องทางไหลจุลภาค ทำให้ท่อจะไม่สามารถถูกดันเข้าไปได้ เมื่อท่อทำการใส่ท่อแล้วจึงทำการใส่กาวตรงบริเวณจุดที่ใส่ท่อด้านนอกของชิพของไหลจุลภาค (รูปที่ 2.50ค) ซึ่งกาวตัวนี้จะใช้แสง UV ในการแข็งตัว โดยเทคนิคการฉายแสง UV มี 2 วิธี คือ วิธีที่ไม่ต้อง ใช้ตัวนำแสง (Non-Light-Guide Method) เป็นการฉายแสง UV ด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อให้กาว แข็งตัว (รูปที่ 2.50ง) และวิธีที่ใช้ตัวนำแสง (Light-Guide Method) เป็นการฉายแสง UV ผ่านเข้ามา ที่ท่อให้กาวแข็งตัว (รูปที่ 2.50จ)



รูปที่ 2.50 (ก) กระบวนการสร้างซิพของไหลจุลภาคสำหรับการเชื่อมต่อด้วยการบัดกรี (ข) ภาพการ ประกอบชิพของไหลจุลภาคกับชุดสำหรับเชื่อมต่อกับพอร์ตที่ขายในเชิงพาณิชย์ [81] (ค) ภาพการใส่ ท่อก่อนทำการใส่กาว (ง) การฉายแสง UV จากกล้องจุลทรรศน์เพื่อให้กาวแข็งตัว (จ) การฉายแสง UV เข้าที่ท่อเพื่อให้กาวแข็งตัว [82]

(4) แบบเฉพาะงาน (Monolithic)

วิธีการเชื่อมต่ออีกรูปแบบหนึ่ง คือ การสร้างชิ้นงานหรือพอร์ตที่มีรูปแบบเฉพาะสำหรับใน การใช้งาน (Monolithic) อาจมีการสร้างส่วนหนึ่งของระบบของไหลจุลภาคกับพอร์ตเชื่อมต่อเป็นเนื้อ เดียวกัน เช่น การหล่อชั้นบนที่มีพอร์ตด้วย PDMS ซึ่งพอร์ตสามารถใช้ท่อในการแทรกที่พอร์ตได้ [83] (รูปที่ 2.51ก),การเท PDMS หล่อในแม่พิมพ์ที่ทำจากโลหะที่สามารถถอดประกอบได้ [84], การ ประสานพอร์ต PMMA กับช่องทางไหลจุลภาค PMMA เข้าด้วยกันด้วยคลื่นอัลตราโซนิคโดยที่ [85], การใช้โพลียูรีเทน (Polyurethane) ทาที่พอร์ตเชื่อมต่อกับชั้น โพลียูรีเทน (Polyurethane) ที่แข็งตัว แล้ว โดยติดเป็นเนื้อเดียวกันแล้วทำการเจาะที่ตำแหน่งรู [86], การสร้างพอร์ตเชื่อมต่อพลาสติกที่ สร้างจากเครื่องพิมพ์สามมิติสำหรับการเชื่อมต่อท่อซึ่งติดตั้งปะเก็นไว้ โดยมีจิ๊กจับกดให้ท่อแนบติด [87] (รูปที่ 2.51ข), หรือการสร้างพอร์ตเชื่อมต่อก่อที่สร้างจากเครื่องพิมพ์สามมิติที่มีวงจรไฟฟ้าหรือ เซนเซอร์อยู่ภายในพอร์ตเชื่อมต่อ [88] (รูปที่ 2.51ค)



รูปที่ 2.51 (ก) กระบวนการสร้างชั้นบนที่มีพอร์ตด้วยการหล่อ PDMS สำหรับการแทรกท่อ [83] (ข) การสร้างอุปกรณ์เชื่อมต่อท่อด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติที่มีปะเก็นไว้กดแนบกับชิพ [87] (ค) โครงสร้าง พอร์ตที่มีอุปกรณ์ SAWs ที่สร้างจากเครื่องพิมพ์สามมิติ [88]

การทบทวนวรรณกรรมระบบช่องทางไหลจุลภาคในเรื่องพอร์ตเชื่อมต่อ โดยพิจารณารูปแบบ ทางเชื่อมต่อทั้ง 4 แบบ ตามลักษณะการติดตั้งและต่อพอร์ต [68] คือ (1) แบบแทรกสอดด้วยเข็มหรือ ท่อโดยตรง จำเป็นต้องประกอบและถอดออกทุกจุด (2) แบบสัมผัส มักนิยมใช้ในกรณีที่มีพอร์ต เชื่อมต่อจำนวนมาก หรือต้องการประกอบหรือถอดออกอย่างรวดเร็ว (3) แบบถาวร เหมาะสำหรับ การใช้งานในกรณีที่มีความดันสูงกว่า 1 MPa หรือต้องการยึดติดตายตัว (4) แบบเฉพาะงาน (Monolithic) เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อที่ต้องการคุณลักษณะหรืออุปกรณ์การใช้งานเฉพาะงาน โดย จะสรุปในส่วนของรูปแบบการเชื่อมต่อและเทคนิคการเชื่อมต่อดังตารางที่ 2.11

ผู้แต่ง	รูปแบบอุปกรณ์เชื่อมต่อ [68]	เทคนิคการเชื่อมต่อ
Hong et al., 2004 [69]	เข็ม/ท่อ (แทรกสอด) 	ต่อเข็มเข้าซิพโดยตรงจากด้านบน
Lee and Park, 2013 [70]	เข็ม/ท่อ (แทรกสอด)	ต่อเข็มเข้าซิพโดยตรงจากด้านข้าง
van Swaay, Machler et al. 2014 [71]	เข็ม/ท่อ (แทรกสอด) สามารถใส่สารได้	พอร์ตเชื่อมต่อที่มีจุดต่อท่อจากภายนอกและ เข็มสำหรับต่อชิพ โดยมีรางสไลด์สเตนเลส สำหรับหยดสาร
Chen and Pan, 2011 [72]	เข็ม/ท่อ (แทรกสอด) พอร์ตแบบคอมพิวเตอร์	พอร์ตเชื่อมต่อถูกจัดให้อยู่ในรูปอุปกรณ์ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถติดตั้งและ ถอดออกได้เร็วขึ้น
Scott et al., 2013 [73]	เข็ม/ท่อ (แทรกสอด) พอร์ตแบบคอมพิวเตอร์	พอร์ตเชื่อมต่อถูกจัดให้อยู่ในรูปอุปกรณ์ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถติดตั้งและ ถอดออกได้เร็วขึ้น
Yang and Maeda, 2003 [74]	ตัวจับชิ้นงานกดพอร์ต (แนบสัมผัส)	พอร์ตทั้ง 8 จะถูกดันติดเข้ากับชิพ โดยการใช้ อุปกรณ์จับชิ้นงานกด ซึ่งตำแหน่งพอร์ต ภายนอก กับพอร์ตของชิพจะตรงกัน
Wilhelm et al., 2013 [75]	HULALONGKORN สกรูไขแน่น (แนบสัมผัส)	พอร์ตจะถูกติดกับเฟรมอะลูมิเนียมที่มีรูในการ ร้อยสกรูสำหรับไขล็อคให้แน่น จำนวน 2 รู ที่ บริเวณหัวและท้ายของแท่ง ที่ตำแหน่งพอร์ต จะมีลักษณะปะเก็นติดอยู่ ในการเชื่อมต่อท่อ ทำโดยการใส่สกรูที่รูทั้ง 2 ของทั้ง 2 เฟรมมา ประกบกันและไขล็อคให้แน่น
Cooksey et al., 2009 [76]	สุญญากาศยึดพอร์ต (แนบสัมผัส)	พอร์ตจำนวนมากจะถูกดูดติดเข้ากับชิพ ด้วย ระบบสุญญากาศ ซึ่งตำแหน่งพอร์ตภายนอก กับพอร์ตของชิพจะตรงกัน

ตารางที่ 2.11 การทบทวนวรรณกรรมเทคนิคการเชื่อมต่อระบบของไหลจุลภาค

ผู้แต่ง	รูปแบบอุปกรณ์เชื่อมต่อ [68]	เทคนิคการเชื่อมต่อ
Atencia et al., 2010 [77]	แม่เหล็ก (แนบสัมผัส)	สามารถถอดพอร์ตเข้าออกได้อย่างง่ายได้ โดย ที่พอร์ตจะต้องติดตั้งปะเก็นเพื่อป้องกันการ รั่วไหล
Glavan et al.,	การใช้เทปกาวติดชั้นของ	การใช้เทปกาวในการติดกระดาษและพอร์ต
2013 [78]	ไหลจุลภาค (ถาวร)	เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน
Meng et al., 2001 [79]	การใช้การเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิในการเชื่อมต่อ พอร์ต (ถาวร)	การใช้ไนโตรเจนเหลวลดขนาดท่อก่อนนำมา ติดกับพอร์ตแล้วทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องให้ท่อ แนบติดกับพอร์ตเชื่อมต่อ
Ashish and	การใช้การเปลี่ยนแปลง	การใช้เตาร้อนละลายปลายท่อเทฟลอนให้ติด
Mayuresh, 2003	อุณหภูมิในการเชื่อมต่อ	กับชิพของไหลจุลภาคก่อนการใช้อีพ็อกซี่ซีลที่
[80]	พอร์ต (ถาวร)	จุดเชื่อมต่ออีกทีหนึ่ง
Murphy et al., 2007 [81]	เชื่อมต่อด้วยการบัดกรี (ถาวร)	การสร้างชิพของไหลจุลภาคโดยที่บริเวณที่ เชื่อมต่อจะมีลวดลายของโลหะสำหรับบัดกรี ท่อโลหะ ก่อนนำชิพของไหลจุลภาคไป เชื่อมต่อกับชุดสำหรับเชื่อมต่อกับพอร์ตที่ขาย ในเชิงพาณิชย์
Hartmann et al., 2008 [82]	ร HULALONGKORN เชื่อมต่อด้วยกาวที่ แข็งตัวด้วย UV (ถาวร)	การสอดท่อเข้าไปจุดที่ใส่ท่อในแนวเดียวกับ ช่องทางไหลจุลภาค โดยมีจุดที่ขนาดท่อเชื่อม จะลดขนาดเป็นช่องทางไหลจุลภาค ซึ่งจะ หยุดตำแหน่งท่อไว้ จากนั้นจึงใช้กาวที่ต้องใช้ แสง UV ในการแข็งตัวใส่ที่บริเวณจุดใส่ท่อ นอกชิพของไหลจุลภาคก่อนทำการฉายแสง UV

ตารางที่ 2.11 การทบทวนวรรณกรรมเทคนิคการเชื่อมต่อระบบของไหลจุลภาค (ต่อ)

ผู้แต่ง	รูปแบบอุปกรณ์เชื่อมต่อ [68]	เทคนิคการเชื่อมต่อ
Chang et al., 2012 [83]	ชิ้นงานชั้นบนรวมพอร์ต ที่หล่อด้วย PDMS (Monolithic)	การหล่อขึ้นงานชั้นบนที่พอร์ตที่ใช้แทรกท่อ PTFE ด้วย PDMS ซึ่งชั้นบนและพอร์ตที่ถูก หล่อจะเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนำไปประสานชั้น ช่องทางไหลจุลภาคที่ทำจากแผ่นอะคลิลิ คด้วยประจุโคโรน่า
Waldbaur et al., 2013 [84]	ชิ้นงานชั้นบนรวมพอร์ต ที่หล่อด้วย PDMS (Monolithic)	การหล่อชิ้นงานจากแม่พิมพ์ที่ทำจากโลหะ โดยที่ตำแหน่งทางเข้าจะถูกติดตั้งพอร์ตให้ สามารถรับเข็มปิเปตได้
Ng et al., 2009 [85]	ประสานพอร์ต PMMA เข้ากับแผ่น PMMA ด้วยอัลตราโซนิค (Monolithic)	การต่อพอร์ตสำหรับการเสียบท่อ โดยการ เชื่อมต่อชิ้นงานระหว่างแผ่นอะคลิลิคกับ พอร์ตอะคลิลิคด้วยการเชื่อมอัลตราโซนิค โดยการใส่ Blockage เพื่อป้องกันไม่ให้อะคลิ ลิคมาละลายปิดช่องพอร์ต ก่อนจะนำไปเชื่อม กับชั้นช่องทางไหลจุลภาค
Wu et al., 2012 [86]	การเชื่อมต่อท่อ และชั้น โพลียูรีเทนให้เป็นเนื้อ เดียวกันแบบถาวรด้วยเร ซินโพลียูรีเทน (Monolithic)	การสร้างชั้นบนที่มีพอร์ตที่เป็นวัสดุโพลียูรี เทน โดยการพอกโพลียูรีเทนที่ปลายท่อ ก่อน นำไปต่อกับชั้นโพลียูรีเทนปล่อยให้แข็งตัว และทำการลอกชั้นบนออกจากแม่พิมพ์แล้ว ทำการเจาะรู ซึ่งท่อที่ใช้ต่อจะมีขนาดใหญ่ ซึ่ง ใช้เป็นอ่าง (reservoir) สำหรับด้านอินเล็ท และเอาท์เล็ท
Paydar et al., 2014 [87]	การสร้างอุปกรณ์ เชื่อมต่อด้วยเครื่องพิมพ์ สามมิติที่มีปะเก็นและ clamp ล็อคให้ติดกับชิพ (Monolithic)	การสร้างชิ้นงานสำหรับการต่อท่อด้วย เครื่องพิมพ์สามมิติ โดยที่ตัวที่สร้างนี้จะมี ปะเก็นไว้แนบติดกับพอร์ตของชิพและมีตัว ล็อคไว้ล็อคชิพให้แน่นเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหล

ตารางที่ 2.11 การทบทวนวรรณกรรมเทคนิคการเชื่อมต่อระบบของไหลจุลภาค (ต่อ)

ผู้แต่ง	รูปแบบอุปกรณ์เชื่อมต่อ [68]	เทคนิคการเชื่อมต่อ
Dentry et al., 2014 [88]	การสร้างพอร์ตที่มี อุปกรณ์ SAWS ในตัว (Monolithic)	การสร้างพอร์ตเชื่อมต่อที่มีอินเล็ทและเอาท์ เล็ท โดยที่ติดตั้งอุปกรณ์สร้างคลื่นเสียง (Surface Acoustic Wave) ไว้เพื่อสร้าง อัตราการไหลจากอ่าง (reservoir) โดย อุปกรณ์นี้จะสร้างมาจากเครื่องพิมพ์สามมิติ

ตารางที่ 2.11 การทบทวนวรรณกรรมเทคนิคการเชื่อมต่อระบบของไหลจุลภาค (ต่อ)

สรุปเทคนิคการเชื่อมต่อระบบของไหลจุลภาค

การเชื่อมต่อระบบแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ และระบบของไหลจุลภาค ซึ่งมีจำนวนพอร์ต เชื่อมต่อไม่มาก (<10 พอร์ต) การเลือกใช้แบบต่อด้วยเข็มหรือท่อโดยตรง เป็นทางเลือกที่เหมาะสม และไม่จำเป็นต้องหาอุปกรณ์มาสนับสนุนเพิ่ม หรือคต้องออกแบบพอร์ตเชื่อมต่อเฉพาะ

2.5.8 เทคนิคการควบคุมแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์

การควบคุมอุปกรณ์ในระดับไมครอนนั่น ถือเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนและควรให้ ความสำคัญอย่างยิ่งยวด เพราะในการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์เครื่องจักรกลไฟฟ้าจุลภาค หรือ การจ่ายระดับแรงดันอากาศให้แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์นั่น เราต้องการความเที่ยงตรงของค่าที่เรา ป้อนเข้าระบบ LOCs เพื่อให้อุปกรณ์นั่นทำงานได้ตามที่เราต้องการ

การออกแบบระบบควบคุมแอคซัวเอเตอร์นิวเมติกส์นั่น จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ภาคควบคุม และภาคกำลัง ซึ่งภาคควบคุม คือ ภาคที่มีระบบควบคุมซึ่งในที่นี้คือไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งเราสามารถสั่งงานผ่านอุปกรณ์ดังกล่าวโดยสัญญาณที่ออกจากไมโครคอนโทรลเลอร์จะไปยัง อุปกรณ์มี่ใช้ขยายแรงดัน เช่น รีเลย์ หรือออปโตไอโซเลเตอร์ เป็นต้น ซึ่งจะได้แรงดันไฟที่สูงขึ้นก่อนที่ จะไปสั่งงานโซลินอยด์วาล์วซึ่งทำให้นิวเมติกส์วาล์วทำงาน และมีอากาศไปดันแอคชัวเอเตอร์นิวเม ติกส์

ส่วนรูปแบบการต่อสัญญาณ เพื่อไปสั่งแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ มีอยู่ 2 ประเภท คือ กรณีส่ง สัญญาณให้ไปสั่งนิวเมติกส์วาล์วทำงาน และลมอัดที่ได้จากนิวเมติกส์วาล์วจะทำงานแบบวงจรดิจิตอล ไปสั่งแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์อีกทีหนึ่ง (ทางอ้อม) [89] เช่น วงจร NOR-GATE ดังรูปที่ 2.52 กับกรณี ส่งสัญญาณให้ไปสั่งนิวเมติกส์วาล์วทำงานและลมอัดจะส่งไปดันแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์โดยตรง (ทางตรง) เช่น การสั่งให้ไมโครปั้มทำงาน [6] ดังรูปที่ 2.53

(1) กรณีการควบคุมแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ทางอ้อม

วิธีการควบคุมแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์แบบทางอ้อม เป็นการสั่งแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ที่ ต้องการใช้งาน โดยการสั่งลมอัดแบบวงจรดิจิตอล หรือชุดแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ตัวอื่นที่ทำหน้า สำ กรับสร้างวงจรดิจิตอลในการควบคุมแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ที่ใช้ในการควบคุมวาล์วในการเปิดปิด ช่องทางไหลจุลภาค เช่น วงจรนิวเมติกส์ NOR-GATE ซึ่งจะแสดงการออกแบบ CAD ของวงจร NOR-GATE โดยที่ชั้นควบคุม (สีน้ำเงิน) จะอยู่ชั้นล่าง ส่วนชั้นทางไหล (สีแดง) จะอยู่ชั้นบน โดยพื้นที่ที่ ซ้อนทับกันจะแสดงสีม่วง (

รูปที่ 2.52ก) สามารถ แสดงรูปแบบการให้สัญญาณสำหรับการใช้งานของแอคชัวเอเตอร์ (รูปที่ 2.52ข) จากวงจรนิวเมติกส์ซึ่งจะขึ้นกับการส่งสัญญาณลมในช่องอินพุต1 และอินพุต2 ซึ่งจะส่ง เอาต์พุต1 ในการควบคุมช่องทางไหลจุลภาค โดยจะมีทั้งสิ้น 4 กรณี จากจำนวนอินพุต 2 ตัว คือ กรณีที่ 1 : แสดงอินพุต1และอินพุต2 (0-0) จะได้เอาต์พุต 1 (

รูปที่ 2.52ค) กรณที่ 2 : แสดงกรณีอินพุต1และอินพุต2 (1-0) จะได้เอาต์พุต0 (รูปที่ 2.52ง) กรณีที่ 3 : แสดงกรณีอินพุต1และอินพุต2 (0-1) จะได้เอาต์พุต0 (รูปที่ 2.52จ) กรณีที่ 4 : แสดง กรณีอินพุต1และอินพุต2 (1-1) จะได้เอาต์พุต0 (รูปที่ 2.52ฉ)





(2) กรณีการควบคุมแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ทางตรง

เมื่อทำการส่งสัญญาณให้ไปสั่งนิวเมติกส์วาล์วทำงานและลมอัดจะส่งไปดันแอคซัวเอเตอร์นิว เมติกส์โดยตรง (ทางตรง) ซึ่งจะสั่งงานผ่านคอมพิวเตอร์ผ่าน (Data Acquisition-DAQ) ซึ่งจะทำการ แปลงคำสั่งในคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณดิจิตอลเพื่อไปสั่งการใช้งานรีเลย์ให้ทำงานตามต้องการ โดย ปกติระบบนิวเมติกส์นี้จะเป็นปกติเปิด (Normally Open) เมื่อสั่งให้รีเลย์ทำงาน หน้าสัมผัสในตัว รีเลย์จะต่อระหว่างขาร่วม (Common) และขาเปิดปกติ (Normally Open) ทำให้กระแสไฟฟ้าไหล ผ่านหน้าสัมผัสนี้ได้ และกระแสไฟฟ้านี้จะไปกระตุ้นโซลินอยด์วาล์วให้ทำงาน ซึ่งเมื่อโซลินอยด์วาล์ว ทำงานจะทำให้นิวเมติกส์วาล์วเคลื่อนที่ และทำให้อากาศที่อัดไว้สามารถไหลเข้าไปที่นิวเมติกส์ไมโคร ปั๊มได้ โดยที่เมื่อแรงดันอากาศสูงขึ้นจะทำให้ฟิล์มบางเกิดการขยายตัว ดังรูปที่ 2.53



รูปที่ 2.53 แผนภาพแสดงระบบควบคุมแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์กรณีสั่งโดยตรง [6]

2.5.9 ระบบนิวเมติกส์

การออกแบบระบบนิวเมติกส์จำเป็นคำนึงถึงคุณภาพของลมอัดที่เราใช้ในการทดลอง ดังนั้น การปรับคุณภาพลมก่อนที่ลมเข้าไปในแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์เป็นสิ่งจำเป็น อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบนิว เมติกส์ ดังรูปที่ 2.54 ประกอบด้วย ปั้มลม(PUMA/mini pancake OL-1204) สำหรับการสร้างลมอัด (0-0.6 MPa) ก่อนจะส่งลมไปยัง ตัวกรองลมดักน้ำ(SMC/AF20-02BC-A) ซึ่งจะดักไปน้ำในลมอัดและ ฝุ่น เพื่อไม่ให้เข้าไปในระบบ จากนั้นจึงทำการปรับแรงดันอากาศด้วยตัวควบคุมแรงดัน(SMC/IR2000-02BG) ซึ่งสามารถปรับแรงดันอากาศได้ในช่วง 0-200 kPaและมานอมิเตอร์(SMC/ PPA100 และ PPA102) ไว้สำหรับวัดความดันอากาศได้ในช่วง 0-200 kPa และมานอมิเตอร์รุ่น PPA102 วัดความ ดันอากาศได้ในช่วง 0.1-1 MPa

อุปกรณ์นิวเมติกส์นี้จะทำการปรับระดับแรงดันอากาศให้อยู่ในช่วงที่ต้องการใช้งานได้ และใน ส่วนการเชื่อมต่อกับมานอมิเตอร์จะมีวาล์วสำหรับป้องกันแรงดันอากาศในช่วงที่ไม่ได้อยู่ในค่าการใช้ งาน



รูปที่ 2.54 ชุดอุปกรณ์บริการลมสำหรับใช้ในงานทดสอบแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์

2.3.10 เทคนิคการวัดภาพระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์

การวัดระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์เพื่อศึกษาผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง แรงดันอากาศที่กระทำต่อฟิล์มบางของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ โดยการเปรียบเทียบกับระยะกระดก ซึ่งจะเป็นการวัดในแนวดิ่ง (แกนZ) เพื่อให้ง่ายต่อการวัดค่า ซึ่งเทคนิคการวัดมิติเรขามีได้หลาย รูปแบบ เช่น

การวัดระยะกระดกโดยการใช้กล้องจุลทรรศน์ร่วมกับสเกลบาร์นั่น เหมาะสำหรับงานที่มี ขนาดใหญ่ (ไมโครวาล์วมีความหนา 250 µm เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 mm) [90] (รูปที่ 2.55ก) หรือการ ใช้เลเซอร์ในการวัดระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ซึ่งจะแปลงค่าระยะที่เปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าแรงดันไฟฟ้าที่เกิดการเปลี่ยนแปลง (รูปที่ 2.55ข) ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้จะมีความไม่แน่นอนทางการ วัดสูงซึ่งค่าดังกล่าวขึ้นกับการติดตั้งอุปกรณ์



รูปที่ 2.55 (ก) การวัดระยะกระดกใช้กล้องจุลทรรศน์ร่วมกับสเกลบาร์ [90] (ข) การใช้เลเซอร์ในการ วัดระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ [91]

CHULALONGKORN UNIVERSITY

การวัดภาพวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์แบบแสงส่องผ่าน (Optical Microscope) จะได้ภาพจากด้านบนเพียงเท่านั้น ซึ่งหากต้องการวัดภาพด้านข้างของวัตถุหรือ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจำเป็นต้องมีการประยุกต์โดยการใช้อุปกรณ์บางอย่างเพื่อให้สามารถวัดภาพได้ ทั้ง ด้านบนและด้านข้างของชิ้นงาน

การจับภาพเซลล์ที่ไหลผ่านช่องทางไหลจุลภาคโดยที่สามารถจับภาพได้ทั้งด้านบนและ ด้านข้าง สามารถทำได้โดยการฝังไมโครมิลเลอร์ที่สร้างขึ้นจากซิลิกอนเวเฟอร์ที่เคลือบอลูมิเนียม เพื่อให้สามารถสะท้อนภาพเซลล์ได้ในช่วงแสงขาว (400-700 นาโนเมตร) (รูปที่ 2.56ก) ซึ่งเป็นวิธีการ ที่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก [92] แต่เมื่อทำการเปรียบเทียบขนาดกับแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ซึ่ง มีขนาดใหญ่กว่าโดยที่สามารถสะท้อนภาพได้ทั้งด้านบนและด้านข้าง การใช้กระจกฉากขวาขนาด 45° รูปที่ 2.56ข ที่มีขนาดใหญ่ทำให้สามารถบันทึกภาพแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์หลายขนาดได้พร้อมกัน ด้วยการถ่ายภาพในครั้งเดียว [6] ดังรูปที่ 2.56ค



รูปที่ 2.56 (ก) การวัดตำแหน่งการเคลื่อนที่ของเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์โดยการประยุกต์ใช้ไมโครมิล เลอร์ [92] (ข) การวัดระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์โดยการใช้กระจกฉากขวาขนาด 45° (ค) ภาพแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ด้านบนและด้านข้าง [6]

2.5.11 การทดสอบและการคำนวณระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์

การทดสอบวัดระยะกระดกตัวของแอคชัวเอเตอร์ของนิวเมติกส์แอคชัวเอเตอร์ จะทำโดยการ วัดขนาดของระยะกระดกตัวของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ด้วยกล้องจุลทรรศน์คอยรับภาพด้านบนของ แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์และกระจกฉากขวาคอยรับภาพด้านข้างของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ (รูปที่ 2.56ข) [6] ซึ่งชุดที่ใช้ในการทดสอบระยะกระดกตัวของแอคชัวเอเตอร์ของนิวเมติกส์ควรที่จะมีขนาด ของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์หลายขนาดสำหรับการทดสอบ (รูปที่ 2.57ก) โดยการวัดระยะกระดก ของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์หลายขนาดสำหรับการทดสอบ (รูปที่ 2.57ก) โดยการวัดระยะกระดก ของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ จะทำการวัดโดยการปรับค่าแรงดันอากาศเพื่อวัดระยะกระดกของ แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ ซึ่งทำการปรับแรงดันอากาศจากค่าแรงดันอากาศที่ต่ำไปยังค่าแรงดันอากาศ ที่สูง ก่อนที่จะทำการปรับค่าแรงดันอากาศที่สูงไปยังค่าแรงดันอากาศที่ต่ำไปยังค่าแรงดันอากาศ ที่สูง ก่อนที่จะทำการปรับค่าแรงดันอากาศที่สูงไปยังค่าแรงดันอากาศที่ต่ำไปยังค่าแรงดันอากาศ กี่สูง ก่อนที่จะทำการปรับอเตอร์ของนิวเมติกส์ที่ได้จากทั่ง 2 กรณีดังกล่าว ควรที่จะมีค่าที่ ใกล้เคียงกัน แต่หากแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์มีขนาดใหญ่ จะเกิดปรากฏการณ์ฮิสเทอรีซิส (Hysteresis) ซึ่งค่าระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์ของนิวเมติกส์ที่ได้จากทั่ง ภารกงารเพิ่มแรงดันอากาศ กับช่วงการลดแรงดันที่ค่าแรงดันอากาศค่าคงที่เดียวกัน จะมีค่าระยะกระดกตัวที่ต่างกันมาก ทำให้ไม่ สามารถนำแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ที่มีขนาดนั้นไปใช้งานได้ เช่น แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ขนาด 2500 µm และแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ขนาด 3000 µm ดังรูปที่ 2.57 ข



รูปที่ 2.57 (ก) แอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีหลายขนาด (ข) กราฟการวัดระยะ กระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวแมติกส์เทียบกับแรงดันอากาศ

การคำนวณหาระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ จำเป็นต้องทราบค่าพารามิเตอร์ เพื่อใช้ในการคำนวณ ซึ่งจะมีค่าโมดูลัสความยืดหยุ่น ขนาดของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ ความหนา ของฟิล์มบาง แรงดันอากาศ เป็นต้น ซึ่งการคำนวณหาระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์แบบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส สามารหาได้จากสมการที่ 2.1 [93]

ค่าปัวซอง

Ρ

a E

h

W_o = ค่าระยะกระดก

ดังนั้นการเลือกใช้แอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์จำเป็นต้องควบคุมค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการ
2.6 สรุปปริทรรศน์วรรณกรรม

แอคซัวเอเตอร์นิวเมติกส์ เป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาพลังงานภายนอก เช่น ความร้อน สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก เป็นต้น ที่ทำให้เซลล์เกิดการแปรสภาพ เพราะพลังงานจากลมอัดที่ทำให้ ฟิล์มบางเกิดการเปลี่ยนสภาพโดยไม่ทำอันตรายกับเซลล์

กระบวนการสร้างแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ จะใช้ 2 รูปแบบการสร้างขึ้นงาน ซึ่งชั้นควบคุม และชั้นของไหล สามารถผลิตได้ด้วยวิธีซอฟต์ลิโทกราฟี (Soft Lithography) โดยการหล่อ PDMS: Curing Agent ในอัตราส่วน 10:1 กับแม่พิมพ์ที่สร้างจากเครื่องพิมพ์สามมิติแบบ Stereolithography ซึ่งมีข้อดีกว่าการผลิตแม่พิมพ์แบบทั่วไปในแง่เวลาและราคา แต่ต้องแลกด้วยค่า ความละเอียดในการผลิตที่ลดลง ส่วนการสร้างฟิล์มบางนั่น เราไม่สามารถใช้วิธีข้างต้นในการสร้างได้ เนื่องจากฟิล์มบางมีความหนา (<100 ไมครอน) อีกทั้งตัวฟิล์มบางไม่ใช่วัสดุแกร่งและเสียรูปได้ง่าย ดังนั้นการสร้างฟิล์มบางบนชั้นสังเวยจะช่วยให้ฟิล์มบางสามารถคงรูปก่อนที่จะนำไปประสานชิ้นงาน ได้ ซึ่งชั้นสังเวยที่ใช้นั่นคือ PVA ซึ่งมีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ สามารถละลายน้ำได้และไม่เป็นพิษ

การประสานชิ้นงานเข้าด้วยกันมีอยู่หลายวิธีซึ่งวิธีการคายประจุโคโรน่า เป็นวิธีการหนึ่งที่ เหมาะสม เนื่องจากเป็นวิธีที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่มีราคาแพงและสามารถเชื่อมประสานชิ้นงานได้อย่าง รวดเร็วในสภาพแวดล้อมทั่วไป โดยการให้ประจุกับชิ้นงานเพื่อปรับสภาพผิวให้สามารถประสาน ชิ้นงาน PDMS และกระจกสไลด์ให้สามารถติดกันได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมีช่วย

การเชื่อมต่อออกสู่ระบบภายนอกมีหลายวิธี แต่เนื่องจากจำนวนอินพุตเอาต์พุตที่น้อยและค่า แรงดันอากาศไม่ได้สูงมาก การเชื่อมต่อแบบแทรกสอดด้วยเข็มหรือท่อ เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด สรุปในส่วนการสร้าง เราสามารถหารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการสร้างได้ แต่ จำเป็นต้องหาค่าพารามิเตอร์ในการสร้างให้เหมาะสม ซึ่งการหาค่าพารามิเตอร์ในส่วนการสร้างและ ประสานชิ้นงานนั่นจะอยู่ในบทที่ 3 ต่อไป

ส่วนการทดสอบวัดระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ การใช้กระจกฉากขวาเพื่อใช้ สะท้อนภาพด้านข้างของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ จะช่วยให้กล้องจุลทรรศน์สามารถจับภาพของ แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ทั้งจากด้านข้างและด้านบนได้ภายในภาพเดียวกัน ถือว่าเป็นการวัดค่าระยะ กระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ได้ง่ายที่สุด ซึ่งจะเป็นแนวทางในการทำการทดลองตั้งแต่บทที่ 4 เป็นต้นไป

บทที่ 3

กระบวนการสร้างและประสานชิ้นงาน

บทที่ 3 จะเป็นการพัฒนาเทคนิคในการสร้างแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ ตั้งแต่การสร้าง ช่องทางไหลจุลภาคด้วยหลักการซอฟต์ลิโทกราฟี (Soft Lithography) โดยใช้แม่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ สามมิติ ซึ่งมีปัญหาในด้านความหยาบผิว การสร้างฟิล์มบางและชั้นสังเวย การเชื่อมประสานชั้น ควบคุมและฟิล์มบางโดยวิธีการคายประจุโคโรน่า การล้างชั้นสังเวยออก การเชื่อมพอร์ตท่อลมและ กระจกสไลด์เข้ากับชิ้นงานด้วยวิธีวิธีการคายประจุโคโรน่า

3.1 โครงสร้างชิพสำหรับการทดสอบระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์อย่าง ง่าย

แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ที่ใช้ในการทดสอบจะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนการ เชื่อมต่อระบบนิวเมติกส์ (ท่อลมและพอร์ตเชื่อมต่อ), ฟิล์มบาง และชั้นควบคุม ดังรูปที่ 3.1 โดยในที่นี้ เราได้เลือกรูปแบบโครงสร้างแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ แบบปกติเปิด มีชั้นควบคุมอยู่ใต้ชั้นของไหล เพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตระยะกระดกของฟิล์มบาง ซึ่งการหารูปแบบกระบวนการสร้างชิพสำหรับการ ทดสอบระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์อย่างง่ายจะขอกล่าวในหัวข้อที่ 3.2 ต่อไป





3.2 กระบวนการหารูปแบบการผลิตชิ้นงานสำหรับการทดลอง

การหากระบวนการสร้างขึ้นงานจำเป็นต้องเข้าใจลักษณะชิ้นงานที่จะทำการสร้างขึ้นมาซึ่ง ชิ้นส่วนที่ต้องทำการสร้าง มีอยู่ 3 ซิ้นส่วน คือ ชั้นควบคุม พอร์ตควบคุมและฟิล์มบาง การสร้างชั้น ควบคุมและพอร์ตควบคุมสามารถทำได้ด้วยวิธีซอฟต์ลิโทกราฟี (Soft Lithography) ในขณะที่ฟิล์ม บางจะใช้วิธีการปลูกฟิล์มบนชั้นสังเวย ซึ่งการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตชิ้นงาน และการประสานชิ้นงานจะช่วยลดปัญหาด้านคุณภาพของชิ้นงาน และลดโอกาสสูญเสียชิ้นงาน ระหว่างกระบวนการผลิต โดยภาพรวมกระบวนการสร้าง (รูปที่ 3.2) และการประสานชิ้นงาน (รูปที่ 3.3) จะแสดงกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับการสร้างแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ ซึ่งชิ้นงาน ที่เสร็จจากการผลิตชั้นควบคุมและพอร์ตควบคุมด้วยวิธีซอฟต์ลิโทกราฟี (Soft Lithography) เมื่อ นำมาประสานเข้ากับฟิล์มบางบนชั้นสังเวยด้วยวิธีคายประจุโคโรน่าแล้วทำการล้างออกตามขั้นตอนที่ แสดงใน รูปที่ 3.2 และรูปที่ 3.3 จะได้ลักษณะชิ้นงานตามรูปที่ 3.4



รูปที่ 3.2 กระบวนการสร้างชิ้นงานก่อนการประสานชิ้นงาน



จุหาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University



3.3 การสร้างแม่พิมพ์สำหรับการหล่อชิ้นงานและการสร้างชั้นควบคุม

การสร้างชิ้นงานด้วยวิธีซอฟต์ลิโทกราฟี (Soft Lithography) เป็นการหล่อชิ้นงานโพลิเมอร์ PDMS ที่ได้จากแม่พิมพ์สำหรับการหล่อชิ้นงาน ซึ่งออกแบบระบบช่องทางไหลจุลภาคไว้ภายใน เมื่อ ทำการลอกชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ ชิ้นงาน PDMS ที่ลอกออกมานั่นจะมีขนาดของช่องทางไหล จุลภาคเท่ากับขนาดของช่องทางไหลจุลภาคที่อยู่บนแบบแม่พิมพ์สำหรับการหล่อ

หัวข้อนี้จะเป็นการสรุปเทคนิคที่เหมาะสมในการสร้างชิ้นงานที่เกิดจากข้อจำกัดของแม่พิมพ์ ซึ่งได้มีการพัฒนารูแปบบชิ้นงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีความหยาบผิวต่ำ ชิ้นงานมีความ หนาสม่ำเสมอตลอดช่วงความยาวชิ้นงาน และชิ้นงานมีความหนาที่ไม่มากจนเกินไปสำหรับเวลาเจาะ รูระบายไอน้ำในระหว่างขั้นตอนการประสานชิ้นงาน PDMS-PDMS ด้วยวิธีการคายประจุโคโรน่า

3.3.1 กระบวนการผลิตชิ้นงาน

ชั้นควบคุมและชั้นของไหล สามารถผลิตได้ด้วยวิธีซอฟต์ลิโทกราฟี (Soft Lithography) โดย การหล่อ PDMS:Curing Agent ในอัตราส่วน 10:1 กับแม่พิมพ์ที่สร้างจากเครื่องพิมพ์สามมิติแบบ Stereolithography ซึ่งกระบวนการสร้างชิ้นงานสามารถสรุปเป็นขั้นตอน (รูปที่ 3.5) ได้ดังนี้

- ทำการผสม PDMS ในส่วนของ Monomer : Curing Agent อัตราส่วน 10:1 ในแก้ว พลาสติกแล้วทำการคนให้เท่ากันด้วยอุปกรณ์ที่เป็นแผ่นยาวสำหรับใช้แล้วทิ้ง เช่น มีด พลาสติก ไม้ไอศกรีม เป็นต้น ซึ่งการคนให้คนไปในทิศทางเดียวจนเกิดฟองอากาศเป็นสารสี ขาวขั้นๆ
- ทำการไล่ฟองอากาศในโถดูดความชื้น โดยใช้ปั้มสุญญากาศ 30-45 นาที ซึ่งในช่วงนี้การเปิด ให้อากาศเข้าไปในโถดูดความชื้นเป็นระยะ จะช่วยให้การไล่ฟองอากาศเร็วขึ้น
- นำแม่พิมพ์วางบนจานเพาะเชื้อ แล้วทำการเทสารผสม PDMS ที่ไล่แก๊สแล้วลงในจานเพาะ เชื้อโดยการเท หากทำการผสม PDMS มามากกว่าหนึ่งถ้วย ให้เลือกเทเฉพาะถ้วย อย่าทำ การผสมเพราะอัตราส่วนของสารผสม PDMS จะไม่เท่ากัน โดยการเทให้เทรินต่ำที่ด้านนอก ของแม่พิมพ์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฟองอากาศ (หากมีฟองอากาศให้ใช้ไม้ปลายแหลมขนาด เล็ก เขี่ยฟองอากาศให้ออกจากบริเวณแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์)
- นำชิ้นงานที่เตรียมไว้ไปวางบน Hot Plate ที่ปูด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 40℃
 เป็นเวลา 48 ชม.
- 5. ทำการตัดชิ้นงานที่ต้องการแล้วทำการลอกออกจากแม่พิมพ์
- 6. นำชิ้นงานออกมาไว้ที่อุณหภูมิห้อง โดยใส่ในภาชนะปิดที่บรรจุสารดูดความชื้น



รูปที่ 3.5 กระบวนการผลิตชั้นควบคุมด้วยวิธีซอฟต์ลิโทกราฟี (Soft Lithography)

3.3.2 การพัฒนาแม่พิมพ์

การหล่อชิ้นงานด้วยวิธีซอฟต์ลิโทกราฟี (Soft Lithography) เป็นการเทโพลีเมอร์ลงบน แม่พิมพ์ เพื่อหล่อชิ้นงานโดยหลังจากที่ชิ้นงานแข็งตัวแล้ว จึงทำการลอกชิ้นงานออก ซึ่งวิธีซอฟต์ลิ โทกราฟี (Soft Lithography) เป็นวิธีที่นิยมในการหล่อชิ้นงานสำหรับการสร้างชิพของไหลจุลภาค โดยคุณภาพของชิ้นงานจะขึ้นกับแม่พิมพ์ที่ใช้ในการหล่อชิ้นงานอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นการออกแบบ แม่พิมพ์ที่ดีจะช่วยให้การสร้างชั้นควบคุมหรือชั้นของไหลเป็นไปได้อย่างราบรื่น ซึ่งแอคชัวเอเตอร์นิว เมติกส์ที่จะทำการสร้างเพื่อใช้ในการทดสอบนี้เป็นแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ประเภทสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่ง จะมีอยู่ทั้งหมด 5 ขนาด คือ ขนาด 500 ,1000 ,1500 ,2000 และ 2500 µm ตามลำดับ

(1) แม่พิมพ์ต้นแบบที่ 1

แม่พิมพ์ต้นแบบที่ 1 นี้ออกแบบโดยการสร้างชุดทดลองแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ สามชุด ภายในแม่พิมพ์ตัวเดียวกัน ซึ่งในการหล่อชิ้นงานแม่พิมพ์ต้นแบบที่ 1 พบปัญหาที่สำคัญ 4 ประการ คือ (1) ความหนาในการเท PDMS ซึ่งหากทำการเทความหนาที่น้อยเกินไปจะทำให้ไม่สามารถลอกชิ้น ออกมาได้ดังรูปที่ 3.6ก (2) ความหนาของชั้นควบคุมไม่เท่ากันเนื่องจากเตาร้อนไม่ได้ระนาบ (3) การ ตัดชิ้นงานทำให้เกิดขอบของผิวงาน ทำให้เวลาประสานทำได้ยากดังรูปที่ 3.6ข (4) การวางตำแหน่ง ชุดทดลองแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ใกล้ขอบมากเกินไปและมีพื้นที่เปล่าสำหรับการเชื่อมประสานน้อย รูปที่ 3.6ค



รูปที่ 3.6 แม่พิมพ์ต้นแบบที่ 1 และชิ้นงานที่ได้

(2) แม่พิมพ์ต้นแบบที่ 2

การแก้ปัญหาที่เกิดจากแม่พิมพ์ต้นแบบที่ 1 ทำการแก้ไขโดยการสร้างของชิ้นงานที่มีความ หนา 2 มม. รอบชิ้นงาน โดยการคงความหนาของชิ้นงานที่ 5 มม. และลดชุดทดลองแอคชัวเอเตอร์นิว เมติกส์เหลือเพียงชุดเดียว ซึ่งจากการหล่อชิ้นงานพบปัญหาสำคัญ 2 ประการ คือ (1) ความเรียบผิว ของชิ้นงานไม่เรียบทำให้การประสานชิ้นงานไม่ดี รูปที่ 3.7ก (2) การใช้อุณหภูมิที่สูงทำให้เรซินอ่อน ตัวลงไป เกิดการโก่งเมื่อทำการหล่อชิ้นงานจะได้ชั้นควบคุมที่ผิวโก่ง ทำให้การประสานกับฟิล์มบางทำ ได้ยาก เนื่องจากพื้นที่สัมผัสน้อยลง รูปที่ 3.7ข ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับปปรุงแม่พิมพ์ต้นแบบที่ 2 เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว



รูปที่ 3.7 (ก) ชิ้นงานชั้นควบคุมหลังลอกออกจากแม่พิมพ์ ซึ่งเห็นความหยาบผิวได้ด้วยตาเปล่า (ข) ชิ้นงานที่หล่อด้วยแม่พิมพ์ต้นแบบที่ 2 ซึ่งเกิดการโก่งตัวของแม่พิมพ์

(3) แม่พิมพ์ต้นแบบที่ 3

การให้ความร้อนแม่พิมพ์ในกระบวนการหล่อชิ้นงานเพื่อให้ชิ้นงานแข็งตัว การให้อุณหภูมิที่ สูงเกินค่าอุณหภูมิการโก่งตัว (*Heat Deflection temperature*, HDT) ทำให้ชิ้นงานเกิดการโก่งที่ มากขึ้น การแก้ไขจะต้องทำ 2 อย่าง เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว คือ การใช้อุณหภูมิของเตาร้อนใน ระหว่างรอชิ้นงานแข็งตัวให้ไม่สูงเกินค่าอุณหภูมิการโก่งตัว และการใช้แผ่นสเตนเลสร่วมกับสกรู และน็อตในการยึดให้แม่พิมพ์ตรึงกับแผ่นสเตนเลสเพื่อลดการโก่งของชิ้นงานหล่อ แม่พิมพ์ต้นแบบที่ 3 ได้ทำการแก้ไขใหม่โดยการปรับตัวแม่พิมพ์ให้มีความหนาขึ้น (รูปที่ 3.8) โดยการปรับรูปแบบการวางชิ้นงานบนโปรแกรมของเครื่องพิมพ์สามมิติ ให้ผิวชิ้นงานที่ใช้งานถูกสร้าง ด้วยความละเอียดจากแกน z ทำให้ความหยาบผิวของชิ้นงานมีค่าที่น้อยลง ซึ่งได้ผิวงานที่เรียบขึ้น แต่ เนื่องจากการใช้ซ้ำหลายรอบทำให้แม่พิมพ์ต้นแบบที่ 3 เกิดการโก่ง จึงจำเป็นต้องหาอุปกรณ์ยึดจับ เพื่อลดการโก่งซึ่งจะส่งผลเสียต่อการประสานชิ้นงานเข้ากับฟิล์มบางได้

อุปกรณ์ยึดจับแม่พิมพ์ต้นแบบที่ 3 จะใช้แผ่นสเตนเลสร่วมกับสกรูและน็อตในการยึดให้ แม่พิมพ์ต้นแบบที่ 3 ตรึงกับแผ่นสเตนเลสเพื่อลดการโก่งของชิ้นงานหล่อ โดยอุปกรณ์ที่เตรียมสำหรับ การสร้างแม่พิมพ์สำหรับงานหล่อชิ้นงานด้วยซอฟต์ลิโทกราฟี(Soft Lithography) มี 3 ส่วน คือ จาน เพาะเชื้อ ชิ้นงานพิมพ์สามมิติ และแม่พิมพ์ที่ถูกตรึงกับแผ่นสเตนเลสเพื่อลดการโก่ง (รูปที่ 3.9ก) ให้ นำชิ้นงานพิมพ์สามมิติใส่ลงในจานเพาะเชื้อเนื่องจากขอบบนของแม่พิมพ์ต้นแบบที่ 3 สูงเลยขอบจาน เพาะเชื้อ จึงจำเป็นต้องสร้างอุปกรณ์เพื่อป้องกัน PDMS ไหลออกจากจานเพาะเชื้อ (รูปที่ 3.9ข) ก่อน จะนำแม่พิมพ์ที่ถูกตรึงกับแผ่นสเตนเลสใส่เป็นลำดับถัดมา (รูปที่ 3.9ค) การลอกชิ้นงานออกมา หลังจากชิ้นงานแข็งตัวแล้ว ทำได้โดยการใช้คัตเตอร์กรีดบริเวณขอบของแม่พิมพ์ (รูปที่ 3.9ง) แล้วทำ การลอกออกจากแม่พิมพ์ซึ่งจะมีเศษ PDMSบริเวณขอบชิ้นงานที่ลอกออกมา ให้ใช้กรรไกรตัดเศษ PDMS ที่ไม่ได้ใช้งาน (รูปที่ 3.9จ) และทำการเจาะรูบริเวณตำแหน่งเชื่อมต่อท่อลม (รูปที่ 3.9ฉ) เพื่อ ระบายอากาศจากการอบชิ้นงานหลังจากการประสานชิ้นงานด้วยวิธีประจุโคโรน่า

CHULALONGKORN UNIVERSITY





รูปที่ 3.9 (ก) อุปกรณ์สำหรับแม่พิมพ์ต้นแบบที่ 3 (ข) การวางชิ้นงานสามมิติลงในจานเพาะเชื้อเพื่อ ป้องกัน PDMS ไหล (ค) การวางแม่พิมพ์ลงบนภาชนะที่เตรียมไว้ (ง) ชิ้นงานที่จะทำการตัดและลอก ชิ้นงานออกด้วยคัตเตอร์ (จ) การตัดเศษ PDMS ออกด้วยกรรไกร (ฉ) การเจาะรูก่อนการนำไป ประสานชิ้นงาน

3.3.3 การวัดความหยาบผิวของแม่พิมพ์ต้นแบบที่ 3

การวัดความหยาบผิวแบบแม่พิมพ์ เพื่อตรวจสอบความหยาบผิวที่วัดค่าได้มีผลต่อการ ทดสอบความแข็งแรงของการเชื่อมประสานโดยทำการวัดแม่พิมพ์ที่ 2 ตำแหน่ง จุดล่ะ 3 ครั้ง (รูปที่ 3.10) โดยใช้เครื่องวัดความหยาบผิวแบบไม่สัมผัสผิว (Alicona- InfiniteFocusSL) เป็นเครื่องมือที่ สามารถวัดความหยาบผิวแบบไม่สัมผัสในระยะสามมิติ โดยใช้หลักการการปรับค่าระยะโฟกัส (Focus Variation) ซึ่งสามารถใช้วัดความหยาบผิวชิ้นงานได้โดยที่ไม่ทำลายสภาพผิว ไม่ต้องเปลืองวัสดุ ้อุปกรณ์ในการบำรุงรักษา และยังหลีกเลี่ยงปัญหาจากข้อจำกัดการวัด เช่น smoothing effect [94] โดยเครื่องมือนี้ตั้งอยู่ที่ศูนย์ทันตวัสดุศาสตร์ ที่คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค่า จากการวัดที่ได้จากแม่พิมพ์ทั้ง 4 เป็นไปตามตารางที่ 3.1 ซึ่งพบว่าค่าความหยาบผิวมีค่าที่น้อยมาก



รูปที่ 3.10 (ก) ตำแหน่งที่ทำการวัดแม่พิมพ์ (ข) เครื่องวัดความหยาบผิวแบบไม่สัมผัสผิว (Alicona-InfiniteFocusSL)

ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงคำพารามเตอร์ที่ได้จากการวัดความหยาบผัวของแม่พัมพั						
	Ra [*] (µm)	Rq [*] (µm)	Rz [*] (µm)			
แม่พิมพ์ชิ้นที่ 1 จุด A	3.6	6.4	37.4			
แม่พิมพ์ชิ้นที่ 1 จุด B	5.8	9.2	52.9			
แม่พิมพ์ชิ้นที่ 2 จุด A	0.5	1.1	9.3			
แม่พิมพ์ชิ้นที่ 2 จุด B	0.3	0.5	2.8			
แม่พิมพ์ชิ้นที่ 3 จุด A	2.9	4.2	32.7			
แม่พิมพ์ชิ้นที่ 3 จุด B	5.4	9.2	53.6			
แม่พิมพ์ชิ้นที่ 4 จุด A	1.0	2.5	16.8			

4

แม่พิมพ์ชิ้นที่ 4 จุด B

* เทคนิคการวัดค่าด้วยเครื่องวัดความหยาบผิวแบบไม่สัมผัสผิวและผลทดสอบสามารถดูได้ที่ภาคผนวก ก

3.2

23.4

1.4

3.4 การสร้างชั้นสังเวยและฟิล์มบาง

การสร้างฟิล์มบางบนชั้นสังเวยจะช่วยให้สามารถสร้างฟิล์มบางที่สามารถนำไปประสาน ชิ้นงานกับชั้นควบคุมได้อย่างดี โดยเทคนิคการสร้างนี้เรียกว่า เทคนิคการสร้างฟิล์มบางโดยวิธีการปั่น เหวี่ยงบนชั้นสังเวย โดยชั้นสังเวยที่นำมาใช้คือ สารโพลีไวนิลแอลกฮอลล์ (Polyvinyl Alcohol-PVA) ซึ่งมีคุณลักษณะที่สำคัญ คือ สามารถละลายน้ำได้ที่อุณหภูมิ 100-120 °C และไม่เป็นพิษ

3.4.1 กระบวนการสร้างชั้นสังเวยและฟิล์มบาง

- 1. แผ่นให้ขัดกระดาษทรายทั้ง 2 ด้านให้เรียบ
- ทำการผสม PDMS ในส่วนของ Monomer : Curing Agent ในอัตราส่วน 10:1 ในแก้ว พลาสติกแล้วทำการคนให้เท่ากันด้วยอุปกรณ์ที่เป็นแผ่นยาวสำหรับใช้แล้วทิ้ง เช่น มีด พลาสติก ไม้ไอศกรีม เป็นต้น ซึ่งการคนให้คนไปในทิศทางเดียวจนเกิดฟองอากาศเป็นสารสี ขาวข้นๆ
- ทำการไล่ฟองอากาศในโถดูดความชื้น โดยใช้ปั้มสุญญากาศ 30-45 นาที ซึ่งในช่วงนี้การเปิด ให้อากาศเข้าไปในโถดูดความชื้นเป็นระยะ จะช่วยให้การไล่ฟองอากาศเร็วขึ้น
- ให้ทำความสะอาดแผ่นสเตนเลสด้วย DI water และ IPA ก่อนเป่าให้แห้งด้วยแก๊สไนโตรเจน แล้วชุบด้วย PVA จากนั้นนำแผ่นสเตนเลสที่ชุบ PVA แล้วไปตั้งบนเตาร้อนที่ปูด้วยอลูมิเนียม ฟอลย์ ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 40°C เป็นเวลาประมาณ 2.5 ชม. จนแห้ง (รูปที่ 3.11)
- ทำการปลูกฟิล์มบาง PDMS ด้วยเครื่องปลูกฟิล์มแบบปั่นเหวี่ยง (Spin Coater -CHEMAT KW-4A) ด้วยการกำหนดค่า 2 ขั้นตอน คือ 500 rpm เป็นเวลา 5 วินาทีสำหรับขั้นที่ 1 และ 3000 rpm เป็นเวลา 30 วินาที สำหรับขั้นที่ 2 โดยการเปิดตัวสุญญากาศสำหรับยึด แผ่นสเตนเลส ก่อนจะเท PDMS ด้วยถ้วยพลาสติกหรือใช้กระบอกฉีดยาขนาด 3 ml ดูด PDMS มาเทในแนวยาวเพื่อให้ PDMS กระจายไปทั่วแผ่นสเตนเลสเวลาปั่นเหวี่ยงขึ้นงาน (รูป ที่ 3.11)
- นำชิ้นงานที่ปลูกฟิล์มแล้ววางที่ บนเตาร้อน (IKA[®]C-MAG HP 7) ที่ปูด้วยอลูมิเนียมฟอลย์ อุณหภูมิ 150°C รอประมาณ 35 นาที (รูปที่ 3.11)
- 7. ทำการเก็บชิ้นงานอย่างมิดชิด โดยทำการเก็บไว้ในภาชนะปิดบรรจุสารดูดความชื้น



รูปที่ 3.11 กระบวนการสร้างชั้นสังเวยและฟิล์มบาง

3.4.2 การวัดผลของความหนาจากการสร้างฟิล์มบาง

ความหนาของฟิล์มบางที่จะนำไปใช้ในการประสาน มีผลต่อระยะกระดกตัวของฟิล์มบาง โดยตรง ดังนั้นการตรวจสอบความหนาของฟิล์มบาง เพื่อให้การทำนายค่าระยะกระดกตัวถูกต้องมาก ขึ้น ทำได้โดยการตัดชิ้นงานที่ทำการประสานชิ้นงานออกแล้ว เพื่อให้ง่ายต่อการวัดขนาดความหนา ของฟิล์มบาง การวัดความหนานี้จะเป็นการวัดในมิติเรขา ดังนั้นการใช้กล้องจุลทรรศน์ในการวัดความ หนาของชิ้นงานทดสอบ โดยทำการสอบเทียบค่ากับวัตถุที่ทราบค่ามิติเรขา

การวัดฟิล์มบาง จะเป็นการพิสูจน์ว่า ลักษณะของฟิล์มบางตลอดช่วงความยาวชิ้นงานที่เกิด จากเทคนิคการสร้างฟิล์มบางโดยวิธีการปั่นเหวี่ยงบนชั้นสังเวย โดยการวัดฟิล์มบางช่วงแอคชัวเอเตอร์ นิวเมติกส์ ซึ่งเป็นจุดที่ง่ายต่อการวัดความหนามากที่สุด ซึ่งจำเป็นต้องตัดชิ้นงานชั้นควบคุมที่ประสาน ติดกับฟิล์มบางที่แนวกึ่งกลางของชุดแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ รูปที่ 3.12ก และทำการวัดความหนา ฟิล์มบางที่แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ทั้ง 5 ขนาด ดังรูปที่ 3.12 ข



รูปที่ 3.12 (ก) ตำแหน่งที่ตัดชิ้นงานออกสำหรับการวัดความหนาของฟิล์มบางด้วยกล้องจุลทรรศน์ (ข) ตำแหน่งที่ทำการวัดความหนาของฟิล์มบาง

ค่าความหนาของฟิล์มบางที่ทำการวัดได้นี้ จะเป็นกรณีการสร้างฟิล์มบางด้วยเทคนิคการปั่น เหวี่ยงบนชั้นสังเวยที่ทำจาก PVA ด้วยการกำหนดค่าพารามิเตอร์การปั่นเหวี่ยงแบบ 2 จังหวะ (จังหวะที่ 1 ความเร็วรอบ 500 rpm เป็นเวลา 5 วินาที และจังหวะที่ 2 ความเร็วรอบ 1000 rpm เป็นเวลา 30 วินาที) เท่านั้น โดยค่าความหนาที่ได้จากการใช้ค่าพารามิเตอร์นี้จะเป็นดังตารางที่ 3.2 โดยข้อมูลการวัดความหนาฟิล์มบางสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ภาคผนวก ค

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	ความหนาฟิล์มบาง (µm)							
	ตำแหน่ง A	ตำแหน่ง B	ตำแหน่ง C	ตำแหน่ง D	ตำแหน่ง E	ความหนา เฉลี่ย		
ชิ้นงานที่ 1	100	92	108	103	100	101		
ชิ้นงานที่ 2	100	103	98	105	106	102		
ชิ้นงานที่ 3	95	104	107	103	89	100		
ชิ้นงานที่ 4	99	101	96	101	101	100		
ชิ้นงานที่ 5	99	101	99	97	108	101		
ความหนาเฉลี่ยรวม 5 ชิ้นงาน								

ตารางที่ 3.2 ตารางค่าความหนาของฟิล์มบางจากการสร้างฟิล์มบางด้วยเทคนิคการปั่นเหวี่ยงบนชั้น สังเวยที่ทำจาก PVA ด้วยการกำหนดค่าพารามิเตอร์การปั่นเหวี่ยงแบบ 2 จังหวะ

3.4.3 ปัญหาที่พบในการสร้างชั้นสังเวยและฟิล์มบางและแนวทางแก้ไข

ปัญหาที่มักพบในการสร้างฟิล์มบางและชั้นสังเวย คือ แผ่นสเตนเลสหลุดออกจากเครื่องปั่น เหวี่ยงระหว่างการปั่นเหวี่ยงมีสาเหตุจาก ความเร็วรอบในขณะที่ปั่นสูงเกินไป และผิวแท่นวาง แผ่นสเตนเลสไม่สะอาด

กรณีความเร็วรอบสูงทำการลดความเร็วในขั้นตอนที่ 2 จาก 1500 rpm เหลือ 1000 rpm และกรณีผิวแท่นวางแผ่นสเตนเลสไม่สะอาด ให้เช็ดด้วย IPA ทุกครั้งหลังจากการปั่นเหวี่ยงด้วย PDMS ในกรณีที่ต้องการควบคุมไม่ให้ใช้ PDMS ในการสร้างฟิล์มบางมากเกินไปเพื่อลดการหกเลอะ เทอะ การใช้กระบอกฉีดยาขนาด 3 มิลลิลิตร จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้

3.5 การเชื่อมประสานชิ้นงานและการล้างชั้นสังเวย

การเชื่อมประสานขิ้นงานและการล้างขั้นสังเวยเป็นกระบวนการที่สำคัญต่อการประสาน ขิ้นงานระหว่างขั้นควบคุมที่สร้างขิ้นงานด้วยวิธีซอฟต์ลิโทกราฟี (Soft Lithography) และฟิล์มบาง บนขั้นสังเวยที่สร้างด้วยเทคนิคการสร้างฟิล์มบางโดยวิธีการปั่นเหวี่ยงบนขั้นสังเวย โดยหลังจากที่ สร้างขิ้นงานแล้วจำเป็นต้องทำการประสานขิ้นงานทั้ง 2 ชิ้น เข้าด้วยกันก่อนแล้ววทำการล้างขั้นสังเวย ออกในภายหลัง ทั้งนี้เป็นเพราะตัวฟิล์มบางไม่ใช่วัสดุแข็งเกร็ง (Rigid Body) ไม่สามารถอยู่ในลักษณะ แผ่นแข็งเพื่อทำการประสานได้โดยตรง

3.5.1 กระบวนการประสานชิ้นงาน

กระบวนการประสานชิ้นงานด้วยวิธีการคายประจุโคโรน่า มีขั้นตอนที่สำคัญดังต่อไปนี้

- ทำความสะอาดผิวของชิ้นงานด้วยเอทานอลและเป่าให้แห้ง โดยชิ้นงานชั้นควบคุมจำเป็นต้อง เจาะรูระบายอากาศ เพราะเวลาอบชิ้นงานบนเตาร้อนหลังจากการประสาน ไอน้ำที่อยู่ใน ช่องทางไหลจุลภาคจะดันให้ฟิล์มบางเกิดการรั่วได้
- ใช้เครื่องคายประจุโคโรน่า (BD-20 ETP) ทำการให้ประจุโคโรน่ากับชิ้นงานด้านที่ต้องการ นำมาเชื่อมประสาน โดยทำการให้ประจุโคโรน่าในชั้นควบคุมเป็นเวลา 2 นาที (รูปที่ 3.13ก) และฟิล์มบางที่มีชั้นสังเวยเป็นเวลา 2 นาที (รูปที่ 3.13ข) ดังรูปที่ 3.14ก
- นำชิ้นงานทั้ง 2 มาประกบเข้าด้วยกัน โดยให้ด้านที่ให้ประจุโคโรน่าหันเข้าหากัน โดยค่อยๆ กดไล่จากด้านข้างไปจนหมดชิ้นงาน ซึ่งจะต้องไล่ฟองอากาศที่เกิดจากแนบสนิทกับผิวชิ้นงาน ไม่ดีให้เรียบร้อย ดังรูปที่ 3.14ข

- 4. นำชิ้นงานที่ประสานเสร็จแล้ววางบนเตาร้อนที่อุณหภูมิ 120℃ เป็นเวลา 1 ชม. (รูปที่ 3.13
 ค) เพื่อให้การเชื่อมประสานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังรูปที่ 3.14ข
- 5.



รูปที่ 3.13 (ก) การให้ประจุโคโรน่าที่ฟิล์มบางที่มีชั้นสังเวยเป็นเวลา 2 นาที (ข) การให้ประจุโคโรน่าที่ ชั้นควบคุมเป็นเวลา 2 นาที (ค) ชิ้นงานที่ได้หลังประสานชิ้นงานวางบนเตาร้อนเพื่อให้การประสานมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



รูปที่ 3.14 (ก) การให้ประจุโคโรน่าที่ชั้นควบคุมและฟิล์มบางที่มีชั้นสังเวยชิ้นล่ะ 2 นาที (ข) การ ประสานชิ้นงานทั้ง 2 ชิ้น เข้าด้วยกันและทำการให้ประจุโคโรน่าที่ขอบชิ้นงานก่อนทำการตั้งบนเตา ร้อนเพื่อให้การประสานดีขึ้น

3.5.2 ผลการประสานชิ้นงาน

(1) ผลการประสานฟิล์มบางกับชั้นควบคุมจากแม่พิมพ์ต้นแบบที่ 1

การประสานชิ้นงานระหว่างชั้นควบคุมและฟิล์มบางสามารถทำได้ พบว่าตำแหน่งของชุด แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ใกล้ขอบชิ้นงานเกินไป (รูปที่ 3.15ก) จำเป็นต้องทำการย้ายตำแหน่งแอคชัว เอเตอร์นิวเมติกส์โดยการออกแบบแม่พิมพ์ใหม่

การล้างชั้นสังเวยและลอกออกพบว่า วิธีการดังกล่าวสามารถประสานชิ้นงานชั้นสังเวยและ ชั้นควบคุมเข้าด้วยกันได้ (รูปที่ 3.15ข) แต่เมื่อทิ้งชิ้นงานไว้ฟิล์มบางที่มีแรงดึงสูง จะดึงชิ้นงานให้เกิด การงอ (รูปที่ 3.15ค) ซึ่งเกิดจากชั้นฟิล์มบางที่มีความหนา 500 ไมครอน ดังนั้นในการแก้ปัญหานี้ ต้องลดความหนาของฟิล์มบางลงและหาแผ่นกระจกสไลด์มาเชื่อมประสานชิ้นงานเพื่อลดรับแรงที่เกิด จากแรงดึงของฟิล์มบาง และต้องปรับค่าพารามิเตอร์การปั่นเหวี่ยง PDMS ใหม่



รูปที่ 3.15 ชั้นควบคุมที่ประสานเข้ากับฟิล์มบาง เมื่อทำการล้างชิ้นงานออก เมื่อปล่อยชิ้นงานทิ้งไว้ ฟิล์มบางจะดึงให้ชิ้นงานโก่งงอ

(2) ผลการประสานฟิล์มบางกับชั้นควบคุมจากแม่พิมพ์ต้นแบบที่ 2

การประสานชิ้นงานฟิล์มบางกับชั้นควบคุมจากการหล่อแม่พิมพ์ต้นแบบที่ 2 เกิดปัญหาที่ สำคัญ คือ ความหยาบผิวของชั้นควบคุมด้านที่จะทำการประสานซึ่งส่งผลให้มีช่องว่างที่อากาศ สามารถแทรกตัวอยู่ได้ รูปที่ 3.16ก และความหนาตามแนวยาวของชิ้นงานชั้นควบคุมมีความหนาไม่ เท่ากัน ทำให้บริเวณขอบชิ้นงานประสานฟิล์มบางได้ไม่ดี ส่งผลให้ประสิทธิภาพการเชื่อมประสานทำ ได้ไม่ดี ดังรูปที่ 3.16ข



รูปที่ 3.16 (ก) การประสานชั้นควบคุมที่มีความหยาบผิวกับฟิล์มบาง ซึ่งมีช่องว่างใต้ฟิล์มบางอย่าง ชัดเจน (ข) ความหนาของชิ้นงานไม่เท่ากันทำให้การประสานฟิล์มบางที่ของทำได้ยาก CHULALONGKORN UNIVERSITY

(3) ผลการประสานฟิล์มบางกับชั้นควบคุมจากแม่พิมพ์ต้นแบบที่ 3

การประสานชิ้นงานฟิล์มบางกับชั้นควบคุมจากการหล่อแม่พิมพ์ต้นแบบที่ 3 สามารถ ประสานได้เป็นอย่างดี (ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิงก) ซึ่งชิ้นงานชั้นควบคุมที่ประสานกับฟิล์ม บางที่กำจัดชั้นสังเวยออกไปแล้ว สามารถนำไปประสานกับกระจกสไลด์และพอร์ตเชื่อมต่อลมได้ด้วย วิธีการคายประจุโคโรน่า (ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิงข) โดยพอร์ตเชื่อมต่อลมให้ทำการเจาะรู เพื่อต่อท่อก่อนนำไปประสานชิ้นงาน เพื่อใช่ในการต่อท่อลมเข้ามาในชิพสำหรับการทดสอบระยะ กระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์อย่างง่ายเพื่อวัดระยะกระดกต่อไปดังผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการ อ้างอิงค



รูปที่ 3.17 (ก) ชิ้นงานหลังการประสานชิ้นงานระหว่างชั้นควบคุมจากแม่พิมพ์ต้นแบบที่ 3 กับฟิล์ม บาง (ข) ชิ้นงานหลังการประสานชิ้นงานระหว่างชั้นควบคุมจากแม่พิมพ์ต้นแบบที่ 3 กับฟิล์มบางมา ประสานกับกระจกสไลด์และพอร์ตเชื่อมต่อ (ค) ชิพสำหรับการทดสอบระยะกระดกของแอคชัวเอ เตอร์นิวเมติกส์อย่างง่ายที่ต่อกับท่อลม

3.5.3 การล้างชั้นสังเวย

กระบวนการล้างชั้นสังเวยจะทำหนังจากการประสานชั้นควบคุมและฟิล์มบางเข้าด้วยกันด้วย วิธีคายประจุโคโรน่าเรียบร้อยแล้ว โดยทำการขูด PDMS กับ PVA ที่ขอบแผ่นสเตนเลสก่อนไปล้าง ้ชิ้นงานด้วยคลื่นอัลตราโซนิคเป็นเวลา 4 ชม. ก่อนที่จะทำการล้างออกด้วยการใช้เตาร้อนที่เปิด Stirrer โดยตั้งอุณหภูมที่ 120°C และความเร็วรอบที่ 1000 rpm ในขั้นตอนการล้างบนเตาร้อนซึ่ง พบว่าการใช้ความร้อนจากเตาร้อนทำให้ PVA หลอมเหลวเป็นของเหลวหนืด จึงจำเป็นต้องใช้แรง ภายนอกมาผลักคราบ PVA ออกจากผิวชิ้นงาน วิธีนี้เป็นวิธีที่ทำการล้างชั้นสังเวยได้ดี แต่ทำได้ที่ล่ะ แผ่น (รูปที่ 3.18ก-ค)

การเปลี่ยนวิธีการล้างให้สามารถล้างชิ้นงานหลายชิ้นพร้อมกันได้ทำโดยการคลื่นอัลตราโซนิค เป็นเวลา 4 ชม. ก่อนจะทำการลอกออกด้วยคีมจับ ดังนั้นจึงต้องค่อยๆ ลอกชิ้นงานภายใน DI water ที่เปิดให้ความร้อนและเปิดคลื่นอัลตราโซนิคเพื่อให้ลอกออกมาได้ง่าย (รูปที่ 3.19ก-ค)



รูปที่ 3.18 (ก) การล้างชั้นสังเวยด้วยคลื่นอัลตราโซนิคและเตาร้อนตามลำดับ (ข) การล้างชั้นสังเวย ด้วยคลื่นอัลตราโซนิคและลอกชิ้นงานด้วยคีมจับชิ้นงาน





3.6 สรุปกระบวนการผลิตชิ้นงาน

การสร้างแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ด้วยการสร้างชิ้นงานจากกระบวนการซอฟต์ลิโทกราฟี (Soft Lithography) โดยใช้แม่พิมพ์ที่สร้างจากเครื่องพิมพ์สามมิติด้วยแสง UV กับการสร้างฟิล์มบาง โดยใช้เทคนิคชั้นสังเวยก่อนนำไปเชื่อมประสานโดยวิธีการคายประจุโคโรน่า เป็นทางเลือกหนึ่งในการ สร้างชิ้นงานต้นแบบอย่างรวดเร็วและทุกคนสามารถทำได้โดยง่าย แต่ด้วยข้อจำกัดของวัสดุ เช่น แม่พิมพ์ ที่เริ่มเสียรูปที่อุณหภูมิ 42°C ทำให้เวลาในการแข็งตัวใช้เวลานานเนื่องจากไม่สามารถใช้ อุณหภูมิที่สูงได้ อีกทั้งด้วยข้อจำกัดด้านความละเอียดในการสร้างชิ้นงานในระดับ 100 μm ทำให้ไม่ สามารถสร้างช่องทางไหลจุลภาคที่มีรูปร่างซับซ้อนและมีขนาดเล็กกว่าค่าความละเอียดได้

บทที่ 4

การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการวัดระยะกระดก

บทที่ 4 นี้จะมีส่วนที่สำคัญ 3 ส่วน หลักๆ คือ การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการทดลองตั้งแต่ ระบบนิวเมติกส์ ระบบจ่ายไฟและการติดตั้งชิพสำหรับการทดสอบ การมและการสอบเทียบมิติเรขา โดยเทียบกับวัตถุที่ทราบค่า เพื่อใช้ในการวัดระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์

4.1 การเตรียมอุปกรณ์การทดลอง

การวัดระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ จำเป็นต้องออกแบบรูปแบบการทดลอง เพื่อลดปัญหาเนื่องจากค่าความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากการวัด โดยในหัวข้อนี้จะมีประเด็นสำคัญ 2 ประเด็น คือ การจับชิ้นงานไม่ให้ชิ้นงานเกิดการเคลื่อนที่ในระหว่างการทดลอง และการออกแบบชุด ทดลองเพื่อให้สามารถทดลองได้อย่างต่อเนื่องทั้งการใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงหรือรูปแบบคลื่น สี่เหลี่ยมที่ใช้ในการทดสอบพลวัตของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์

4.1.1 การจับชิ้นงานไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่ในระหว่างการทดลอง

ชิ้นงานที่ได้หลังจากการทดสอบการเชื่อมประสานด้วยวิธีคายประจุโคโรน่า และล้างชั้นสังเวย ออกมาแล้ว เมื่อนำไปประสานกับสไลด์กระจกพบว่า เมื่อนำชิ้นงานไปวางติดกับกระจกฉากขวาที่ใช้ ในการสะท้อนภาพด้านข้างของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์บนแท่นวางชิ้นงาน (รูปที่ 4.1ก) จะไม่ สามารถจับภาพบริเวณที่ต้องการได้เนื่องจากขนาดของชิ้นงานที่ใหญ่เกินไป (รูปที่ 4.1ข) อีกทั้งเมื่อนำ กระจกฉากขวามาวางไว้บนชิ้นงาน ทำให้การปรับกระจกฉากให้ได้ตำแหน่งทำได้ยากมาก (รูปที่ 4.1ค) ดังนั้นจึงจำเป็นต้องออกแบบอุปกรณ์บางอย่างมาจับชิ้นงานไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่



รูปที่ 4.1 (ก) รูปแบบการวางชิ้นงานกับกระจกฉากขวสำหรับการทดสอบการรับภาพจากกล้อง จุลทรรศน์(ข) ภาพชิ้นงานที่ตัวกระจกไม่สามารถจับภาพขอบของชิ้นงานได้ (ค) ภาพชิ้นงานที่มีการ วางกระจกฉากขวาบนชิ้นงาน ซึ่งสามารถเห็นภาพด้านบนและด้านข้างของชิ้นงานได้

การออกแบบอุปกรณ์จับชิ้นงานเพื่อใช้ในการจับชิ้นงาน เราได้ใช้วิธีการผลิตด้วยเครื่องพิมพ์ สามมิติ (Zortrax M200) ซึ่งเป็นรุ่นที่ให้ความละเอียดผิวในแนวแกน Z ได้ดี และผิวเรียบเหมาะกับ การใช้ในการทำอุปกรณ์จับชิ้นงานจับชิ้นงาน ในการออกแบบอุปกรณ์จับชิ้นงานนั่นเริ่มจากการพัฒนา อุปกรณ์จับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ให้ลดขนาดลงและสามารถวางบนแท่นของกล้องจุลทรรศน์ได้อย่าง พอดี ต่อมาเริ่มพัฒนาให้มีที่วางลูกปืนสำหรับการสอบเทียบขนาดด้วยกล้องจุลทรรศน์ เมื่อทำการวาง กระจกสไลด์ สามารถวางได้เต็มที่ 2 แผ่นสำหรับด้านกระจกฉากขวา จึงเพิ่มความสูงของขอบให้ รองรับการปรับความสูงของกระจกฉากขวาด้วยกระจกสไลด์แต่ติดปัญหาที่ตัวหนีบไม่สามารถหนีบ กระจกไสลด์ที่ใช้ยึดติดชิ้นงานได้ จึงทำการลดขนาดที่วางชิ้นงาน เพิ่มช่องด้านล่างสำหรับยึดจับ ชิ้นงานและยกอุปกรณ์จับชิ้นงานให้สูงขึ้นเพื่อไม่ให้ตัวยึดกระจกสไลด์ไปชนกับขอบของแท่นวาง



รูปที่ 4.2 การพัฒนาแบบโมเดลของอุปกรณ์จับชิ้นงานจับชิ้นงาน

4.1.2 การออกแบบรูปแบบการจับชุดทดลองเพื่อให้สามารถทดลองได้อย่างต่อเนื่อง

การวัดระยะกระดกไม่สามารถทำได้ทันที เนื่องจากขนาดด้านกว้างของชั้นควบคุมที่ผ่านการ ประสานกับฟิล์มบางด้วยวิธีการคายประจุโคโรน่าและล้างชั้นสังเวยออกแล้ว มีขนาดใกล้เคียงกับ กระจกสไลด์ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ากระจกฉากขวา (25.3 mm>20mm) (รูปที่ 4.3ก) จึงจำเป็นต้องเฉือน เนื้อออกบางส่วนเพื่อให้กระจกสามารถเข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่สามารถจับภาพแอคชัวเอเตอร์นิวเม ติกส์และยึดจับชิ้นงานได้ (รูปที่ 4.3ข) โดยหลังจากเฉือนเนื้อชิ้นงานออกแล้วจึงนำกระจกสไลด์ไป ประสานเพื่อใช้เป็นชิ้นงานทดสอบ ก่อนนำชิ้นงานทดสอบไปติดตั้งกับอุปกรณ์จับชิ้นงานและติดตั้ง แผ่นสะท้อนภาพสีเหลืองและกระจกฉากขวา ดังรูปที่ 4.4ก ซึ่งลักษณะการติดตั้งจริงจะเป็นดังรูปที่ 4.4ข



รูปที่ 4.3 (ก) บริเวณที่ต้องตัดชิ้นงานชั้นควบคุมออกเพื่อให้วางกระจกฉากขวาในเฟรมภาพได้ (ข) ภาพแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ที่สามารถสะท้อนภาพได้ด้วยกระจกฉากขวาที่เลื่อนเข้ามาในเฟรม ภาพได้



รูปที่ 4.4 (ก) กระบวนการเตรียมชิ้นงานทดสอบและติดตั้งบนอุปกรณ์จับชิ้นงานสำหรับการวัดระยะ กระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ (ข) ชิ้นงานทดสอบที่ติดตั้งบนอุปกรณ์จับชิ้นงานพร้อมสำหรับ การทดสอบการวัดระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์

4.2 การทดสอบความแข็งแรงของการเชื่อมประสาน

การใช้งานควบคุมแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์จำเป็นต้องทราบค่าความแข็งแรงของการเชื่อม ประสาน เพื่อใช้ในการเลือกช่วงค่าแรงดันอากาศที่ใช้ปิดช่องทางไหลจุลภาค ซึ่งการปิดช่องทางไหล จุลภาคจำเป็นต้องรู้ขนาดความยาวด้านเท่าของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ (กรณีสี่เหลี่ยมจัตุรัส), ค่า โมดูลัสความยืดหยุ่น, ความหนาของฟิล์มบางและแรงดันอากาศ

การทดสอบนี้จะเป็นการทดสอบหาค่าความแข็งแรงของการเชื่อมประสาน โดยการเพิ่ม แรงดันอากาศแบบขั้นบันไดจาก 0 kPa ขึ้นทุก 5 kPa ทุก 5 นาที จนชิ้นงานเกิดการรั่วไหล ซึ่งการ ทดสอบหาค่าความแข็งแรงของการเชื่อมประสานจำเป็นต้องมีชุดบริการลมสำหรับการทดสอบ (รูปที่ 4.5) ประกอบด้วย ปั้มลม(PUMA/mini pancake OL-1204) สำหรับการสร้างลมอัด (0-0.6 MPa) ก่อนจะส่งลมไปยัง ตัวกรองลมดักน้ำ(SMC/AF20-02BC-A) ซึ่งจะดักไปน้ำในลมอัดและฝุ่น เพื่อไม่ให้ เข้าไปในระบบ จากนั้นจึงทำการปรับแรงดันอากาศด้วยตัวควบคุมแรงดัน(SMC/IR2000-02BG) ซึ่ง สามารถปรับแรงดันอากาศได้ในช่วง 0-200 kPaและมานอมิเตอร์(SMC/ PPA100 และ PPA102) ไว้ สำหรับวัดความดันอากาศได้ในช่วง 0-200 kPa และมานอมิเตอร์รุ่น PPA102 วัดความดันอากาศ ได้ในช่วง 0.1-1 MPa



รูปที่ 4.5 อุปกรณ์นิวเมติกส์สำหรับการทดสอบความแข็งแรงของการเชื่อมประสานอย่างง่าย

การทดสอบแอคซัวเอเตอร์นิวเมติกส์ในช่วงแรก ได้ทดสอบชิ้นงานแอคซัวเอเตอร์นิวเมติกส์ หลังจากการประสานชิ้นงานด้วยวิธีการคายประจุโคโรน่า (รูปที่ 4.6ก) ซึ่งทดสอบค่าแรงดันอากาศ สูงสุดก่อนที่ชิ้นงานแอคซัวเอเตอร์นิวเมติกส์หลังจากการประสานชิ้นงานด้วยวิธีการคายประจุโคโรน่า เสียหาย คือ 45±5 kPa (รูปที่ 4.6ข) ส่วนการทดสอบแอคซัวเอเตอร์นิวเมติกส์สำหรับใช้ทดสอบระยะ กระดกหลังจากที่ล้างชั้นสังเวยออกและทำการประสานกับพอร์ตเชื่อมต่อกับกระจกสไลด์ (รูปที่ 4.7ก) ค่าแรงดันอากาศสูงสุดก่อนที่ชิ้นงานแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์เสียหายอยู่ที่ 30±5 kPa (รูปที่ 4.7ข) เราจึงกำหนดให้ค่าความแข็งแรงสูงสุดของชิ้นงานแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ก่อนที่ชิ้นงานเสียหาย คือ 25 kPa



รูปที่ 4.6 (ก) โครงสร้างชิ้นงานทดสอบแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์หลังจากการประสานชิ้นงานด้วย วิธีการคายประจุโคโรน่า (ข) ชิ้นงานทดสอบแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์หลังจากการประสานชิ้นงานด้วย วิธีการคายประจุโคโรน่าเสียหายจากการทดสอบ

Chulalongkorn University



รูปที่ 4.7 (ก) โครงสร้างชิ้นงานทดสอบแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สำหรับการวัดระยะกระดก (ข) ชิ้นงานทดสอบแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สำหรับการวัดระยะกระดกเสียหายจากการทดสอบ

4.3 การสอบเทียบขนาดมิติเรขา

กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ (Stereomicroscope) เป็นกล้องจุลทรรศน์แบบแสง (Optical Microscope)ที่มีกำลังขยายไม่สูงมากและมีระยะทำงานกว้าง สามารถจับภาพชิ้นงานที่สามารถ สะท้อนแสงได้ โดยเหมาะกับการวัดลักษณะกายภาพภายนอกของชิ้นงาน ซึ่งการบิดเบือนของภาพ เกิดจากหลายปัจจัย ทั้งรูปแบบการติดตัวอุปกรณ์จับชิ้นงาน ระยะและตำแหน่งการวางกระจกฉาก ขวา ซึ่งผลจากการวัดภาพของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์

การวัดขนาดระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่ไม่ทราบ กำลังขยาย ระยะโฟกัสและระยะทำงาน (Working Distance) การสอบเทียบขนาดมิติเราขาด้วยวัตถุ ที่ทราบค่าขนาดมิติเรขา เช่น เม็ดลูกปืนที่มีความเที่ยงตรงขนาด 3000 ไมครอน ถือเป็นทางเลือกที่ เหมาะสมกับการเตรียมการวัดระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ โดยใอร์นิวเมติกส์ให้ขนาน กับกจะจกฉากขวา จากนั้นจึงนำเม็ดลูกปืนที่มีความเที่ยงตรงขนาด 3000 ไมครอน มาวางในตำแหน่ง กึ่งกลางของแนวแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ เพื่อลดค่าความผิดพลาด (รูปที่ 4.8ก) แต่กล้องจุลทรรศน์ส เตอริโอไม่สามารถจับภาพแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์จากด้านบน และด้านข้างภายในเฟรมเดียวกันได้ เนื่องจากข้อจำกัดของกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ และระยะกับตำแหน่งการวางกระจกฉากขวา จึง จำเป็นต้องปรับระยะทำงาน (Working Distance) เพื่อให้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอสามารถจับภาพ แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์จากด้านบนและด้านข้าง โดยที่ภาพแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์จะอยู่ในระยะ โฟกัส (Depth of Focus) รูปที่ 4.8ข

การวัดค่าสำหรับการสอบเทียบควรใช้ค่าที่ได้จากภาพที่กระจกสะท้อน (Reflected Image) ภาพด้านข้างของชิ้นงานเข้าสู่กล้องจุลทรรศน์ หากยึดภาพของเม็ดลูกปืนที่มีความเที่ยงตรงขนาด 3000 ไมครอน จากมุมบน (Top View) เป็นค่าหลักในการอ้างอิง (รูปที่ 4.9ก) ค่าที่วัดเม็ดลูกปืนที่มี ความเที่ยงตรงขนาด 3000 ไมครอน ได้จากมุมด้านข้าง (Side View) จะมีความคลาดเคลื่อนและวัด ได้ไม่เป็นวงกลม (รูปที่ 4.9ข) ซึ่งเกิดจากการบิดเบือนภาพจากการติดตั้งชิ้นงานกับตัวจับชิ้นงาน ตำแหน่งและมุมที่เกิดจากการวางกระจกฉากขวกกับแนวของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ เพื่อหลีกเลี่ยง ปัญหาด้วยกล่าวควรวัดในเม็ดลูกปืนที่มีความเที่ยงตรงขนาด 3000 ไมครอน แนวแกน Y ของภาพเม็ด ลูกปืนที่มีความเที่ยงตรงขนาด 3000 ไมครอน จากมุมด้านข้าง (Side View) เพื่อลดข้อผิดพลาดจาก มุมเอียงที่เกิดจากการวางกระจกกับชิ้นงาน ซึ่งปรับแก้องศาให้มีความเที่ยงตรงได้ยาก (รูปที่ 4.9ค) โดยในภาพดังกล่าวเมื่อทำการตรวจสอบกับแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์พบว่า ระยะกระดกตัวที่สามารถ สังเกตได้ คือ ระยะกระดกตัวที่แรงดันอากาศ 15 kPa เป็นต้นไป ซึ่งจะมีแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ 3 ขนาด ที่สามารถวัดได้ คือ ขนาดขนาด 1500 μm, ขนาด 2000 μm และขนาด 2500 μm ตามลำดับ ผลการสอบเทียบการวัดขนาดเม็ดลูกปืนที่มีความเที่ยงตรงขนาด 3000 ไมครอน เทียบกับ พิกเซลของกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอของตัวอย่างทดสอบทั้ง 5 ตัวอย่างทดสอบ จะได้ค่า 20.2549, 19.9066, 20.1498, 19.5674, 19.5816 μm/pixel ซึ่งหาค่าเฉลี่ยได้ 19.9 μm/pixel ซึ่งหากเผื่อค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานของอุปกรณ์ 1 พิกเซล จะได้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอุปกรณ์เท่ากับ 20 μm

Uncertainty_{Tool} = 19.9 \approx 20 μ m



รูปที่ 4.8 (ก) การวางตำแหน่งเม็ดลูกปืนที่มีความเที่ยงตรงขนาด 3000 ไมครอน ลงบนชิ้นงานสำหรับ การสอบเทียบมิติเรขา (ข) ระยะทำงานสำหรับการวัดชิ้นงานแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์จากด้านบนและ ด้านข้าง



รูปที่ 4.9 (ก) การวัดภาพของเม็ดลูกปืนที่มีความเที่ยงตรงขนาด 3000 ไมครอน จากมุมบน (Top View) เป็นค่าหลักในการอ้างอิง (ข) ค่าที่วัดเม็ดลูกปืนที่มีความเที่ยงตรงขนาด 3000 ไมครอน ได้จาก มุมด้านข้าง (Side View) จะมีความคลาดเคลื่อนและวัดได้ไม่เป็นวงกลม (ค) การสอบเทียบมิติเรขา เม็ดลูกปืนที่มีความเที่ยงตรงขนาด 3000 ไมครอน กับค่าระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ ที่มาจากการสอบเทียบมิติเรขา

4.4 สรุปการเตรียมอุปกรณ์การทดลอง

การใช้ตัวจับชิ้นงานในการจับชิ้นงานทดสอบก่อนนำไปจัดวางบนกล้องจุลทรรศน์และติดตั้ง กระจกฉากขวาสำหรับการสะท้อนภาพด้านข้างของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ ไม่สามารถทำได้ทันที จากชิ้นงานทดสอบที่ทำจากชิ้นงานหล่อจากแม่พิมพ์ที่ต้นแบบ 3 เนื่องจากขนาดด้านกว้างของชิ้นงาน หล่อที่ใหญ่เกินไป ไม่สามารถวางกระจกฉากขวาได้โดยง่าย จึงจำเป็นต้องเฉือนบางส่วนทิ้ง ก่อนจะ นำไปประสานกับกระจกสไลด์และพอร์ตเชื่อมต่อด้วยวิธีคายประจุโคโรน่า

การทดสอบความแข็งแรงของการเชื่อมประสานจำเป็นต้องทำการทดสอบชิ้นงาน เพื่อหา แรงดันอากาศสูงสุดที่ไม่ทำให้ชิ้นงานฉีกขาด โดยการทดสอบกับชิ้นงานทดสอบ 2 ลักษณะ คือ ชิ้นงานทดสอบแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์หลังจากการประสานชิ้นงานด้วยวิธีการคายประจุโคโรน่าซึ่ง ช่วงที่เสียหายคือ 45±5 kPa โดยลักษณะชิพนี้ไม่สามารถแทนลักษณะของชิ้นงานที่จะทำการวัดระยะ กระดกของแอคชัวเอเตอร์ได้ จึงทำการทดสอบกับชิ้นงานทดสอบแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สำหรับการ วัดระยะกระดกที่ล้างชั้นสังเวยออกและประสานเข้ากับพอร์ตเชื่อมต่อกับกระจกไสลด์แล้ว โดยช่วงที่ เสียหายคือ 30±5 kPa จึงสามารถสรุปได้ว่าแรงดันอากาศสูงสุดที่ไม่ทำให้ชิ้นงานฉีกขาดคือ 25 kPa

ค่าที่สามารถใช้ทดสอบระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ที่ปลอดภัยต่อชิ้นงาน คือ ช่วง 0-25 kPa หลังจากทราบค่าช่วงแรงดันอากาศที่สามารถใช้งานได้แล้ว ก่อนการทดสอบวัดระยะ กระดกของแอคชัวเอเตอร์จำเป็นต้องทำการสอบเทียบมิติเรขาเม็ดลูกปืนที่มีความเที่ยงตรงขนาด 3000 ไมครอน เพื่อใช้เป็นค่าอ้างอิงเทียบกับระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ที่วัดได้ ซึ่ง พบว่าในการติดตั้งชิ้นงานสำหรับในการทดสอบแต่ล่ะครั้งต้องทำการสอบเทียบใหม่ทุกครั้ง ทั้งนี้ เพราะ การบิดเบือนของภาพที่ขึ้นกับการติดตั้งที่แตกต่างกันทุกครั้ง และเวลาวัดให้ใช้ภาพสะท้อน ด้านข้างของเม็ดลูกปืนที่มีความเที่ยงตรงขนาด 3000 ไมครอนในแนวแกน Y เป็นค่าอ้างอิง

นอกจากนี้ในการตรวจสอบภาพที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์พบว่า ระยะกระดกตัวที่สามารถ สังเกตได้ คือ ระยะกระดกตัวที่แรงดันอากาศ 15 kPa เป็นต้นไป ซึ่งจะมีแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ 3 ขนาด ที่สามารถวัดได้ คือ ขนาด 1500 µm, ขนาด 2000 µm และขนาด 2500 µm ตามลำดับ

บทที่ 5

การทดลองคุณลักษณะของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์

บทที่ 5 นี้จะเป็นการหาคุณลักษณะของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ที่เราจะนำมาใช้จริงในระบบ ของไหลจุลภาค โดยจะทำการทดสอบหาระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์โดยการเพิ่มและ ลดแรงดันอากาศแบบขั้นบันได การทดสอบหาระยะกระดกโดยการเปลี่ยนแปลงความถี่ในการควบคุม แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ด้วยการให้คลื่นสัญญาณสี่เหลี่ยม

5.1 กระบวนการทดลองการหาคุณสมบัติแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์

การติดตั้งขึ้นงานทดสอบมีจุดวิกฤตหลายจุดทั้งตำแหน่งของกระจกที่วางซึ่งยากต่อการวางให้ ตำแหน่งถูกต้อง ตำแหน่งขึ้นงานและแรงสั่นสะเทือนจากการให้แรงดันอากาศ ดังนั้นการทดสอบวัด ระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ จะต้องทำการทดสอบอย่างเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การติดตั้งครั้งเดียวกัน (รูปที่ 5.1) เพื่อลดค่าความไม่แน่นอนในการวัดจากผลของการติดตั้ง และการสอบเทียบ ซึ่งขั้นตอนในการทดสอบเริ่มตั้งแต่ การตรวจสอบขิ้นงานทดสอบโดยการให้แรงดัน อากาศที่ 27 kPa เป็นเวลา 10 นาที เพื่อตรวจสอบว่าชิ้นงานเสียหาย ประสานไม่สมบูรณ์หรือมีรอย รั่วหรือไม่ จากนั้นจึงนำชิ้นงานที่ทดสอบความเสียหายแล้วมาติดตั้งบนอุปกรณ์จับชิ้นงานสำหรับการ สอบเทียบมิติเรขาเพื่อใช้ในการวัดระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ แล้วจึงทำการทดสอบ การวัดระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ด้วยการให้แรงดันอากาศคงที่แบบขั้นบันไดและการ ให้ความถี่สัญญาณในรูปคลื่นสี่เหลี่ยมเพื่อศึกษาพลวัตของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ ซึ่งรายละเอียด ขั้นตอนกระบวนการทดลองการหาคุณสมบัติแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์จะขอกล่าวในหัวข้อย่อยถัดๆไป





กระบวนการทดลองการหาคุณสมบัติแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์นี้จะต้องทำใหม่ทุกครั้ง เมื่อมี การถอดชิ้นงานออกจากอุปกรณ์จับชิ้นงานหรือมีการขยับตำแหน่ง เนื่องจากตำแหน่งของภาพที่ สะท้อนจากกระจกฉากขวาเข้ากล้องจุลทรรศน์จะเกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ง่ายต่อการทดลอง จะมี ขั้นตอนที่สำคัญดังต่อไปนี้

- ทำการเพิ่มระดับแรงดันอากาศไปที่ 27 kPa และทิ้งไว้เป็นเวลา 10 นาที เพื่อตรวจสอบ ชิ้นงานว่าเสียหายหรือไม่
- 2. ทำการติดตั้งชิ้นงานทดสอบกับอุปกรณ์จับชิ้นงานจับกระจกฉากขวา โดยทำการปรับให้เห็น ระยะโฟกัส (แกน Z) แล้วทำการเลื่อนหาภาพชิ้นงานกับกระจากฉากขวา โดยการปรับ ตำแหน่งแท่น (แกน X-Y) และทำการปรับหมุนให้กระจกได้ระดับ จึงทำการปรับชิ้นงาน ทดสอบโดยการเลื่อนและหมุนจนได้ระดับแล้วทำการยึดให้แน่นด้วยคลิปหนีบกระดาษ จากนั้นจึงติดตั้งฉากหลังสีเหลืองสำหรับสะท้อนภาพด้านข้างแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ แล้ว วางเม็ดลูกปืนที่มีความเที่ยงตรงขนาด 3000 ไมครอน มาวางในตำแหน่งกึ่งกลางของแนว แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ (หัวข้อ ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง)
- ทำการสอบเทียบมิติเรขาด้วยเม็ดลูกปืนที่มีความเที่ยงตรงขนาด 3000 เพื่อหาระยะที่ถูกต้อง สำหรับการวัด โดยทำการวัดในแกน Y เพื่อลดความผิดพลาดจากการวัด (หัวข้อ ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง)
- ทดสอบระยะกระดกโดยการเพิ่มและลดแรงดันอากาศแบบขั้นบันได ครั้งที่ 1 (หัวข้อ ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง)
- การทดสอบระยะกระดกโดยการเปลี่ยนแปลงความถี่ในการควบคุมแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ ด้วยการให้คลื่นสัญญาณสี่เหลี่ยม (หัวข้อ ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง)
- ทำการทดสอบวัฎจักรของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ โดยการเปิดความถี่ 5 Hz เป็นจำนวน คลื่นสี่เหลี่ยม 25000 ครั้ง (1 ชม 23 นาที 20 วินาที) (หัวข้อ ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการ อ้างอิง)
- 7. ทดสอบระยะกระดกโดยการเพิ่มและลดแรงดันอากาศแบบขั้นบันได ครั้งที่ 2 (หัวข้อ ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง)
- ทำการทดสอบวัฏจักรของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ โดยการเปิดความถี่ 5 Hz เป็นจำนวน คลื่นสี่เหลี่ยม 25000 ครั้ง (1 ชม 23 นาที 20 วินาที) (หัวข้อ ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการ อ้างอิง)
- ทดสอบระยะกระดกโดยการเพิ่มและลดแรงดันอากาศแบบขั้นบันได ครั้งที่ 3 (หัวข้อ ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง)

5.2 การทดสอบระยะกระดกด้วยแรงดันอากาศคงที่

การวัดระยะกระดกของแอคซัวเอเตอร์นิวเมติกส์ด้วยแรงดันอากาศคงที่ จะทำการวัดโดยการ เพิ่มและลดระดับแรงดันอากาศแบบขั้นบันได เพื่อหาระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ที่ค่า แรงดันต่างๆ เพื่อใช้สำหรับการออกแบบขนาดช่องทางไหลจุลภาคที่เหมาะสมแอคชัวเอเตอร์นิวเม ติกส์ โดยจะทำการควบคุมวาล์วควบคุมทิศทางด้วยแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง และทำการปรับแรงดัน อากาศด้วย ซึ่งในการทดลองนี้สามารถเทียบผลค่าความไม่แน่นอนจากการวัด ทั้งจากกรณีการผลิต และกรณีการติดตั้ง

การทดสอบระยะกระดกโดยการเพิ่มและลดแรงดันอากาศแบบขั้นบันไดจะเป็นการทดสอบที่ ต่อเนื่องจากการทดสอบความแข็งแรงของการเชื่อมประสานโดยการเพิ่มแรงดันอากาศแบบขั้นบันได โดยการเพิ่มแรงดันจาก 0 kPa จนถึงค่าความแข็งแรงของการเชื่อมประสานซึ่งเป็นค่าแรงดันอากาศ สูงสุดที่แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สามารถทำงานได้ก่อนที่ชิพช่องของไหลจุลภาคจะเสียหาย แล้วทำ การลดแรงดันอากาศลงมาที่ 0 kPa เพื่อตรวจสอบขนาดของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ที่ต้องการใช้งาน นั้น ที่ค่าแรงดันอากาศจากกรณีเพิ่มแรงดันอากาศมาที่ค่านั้นกับกรณีลดแรงดันอากาศมาที่ค่านั้น ระยะกระดกต้องเท่ากันเพื่อให้การปิดช่องทางไหลจุลภาคสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ ด้วยการตรวจสอบภาพที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์พบว่า ระยะกระดกตัวที่สามารถสังเกตได้ คือ ระยะ กระดกตัวที่แรงดันอากาศ 15 kPa เป็นต้นไป ซึ่งจะมีแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ 3 ขนาด ที่สามารถวัด ได้ คือ ขนาดขนาด 1500 μm, ขนาด 2000 μm และขนาด 2500 μm ตามลำดับ ดังนั้นช่วงขั้นบันได จะทำการปรับเพื่อให้สามารถวัดระยะกระดกได้ โดยวัดระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ที่ค่า แรงดันอากาศ 0, 15, 20, 25, 27 kPa

แรงดนอากาศ 0, 15, 20, 25, 27 kPa การทดลองนี้จะใช้แรงดันไฟฟ้า 24 Vdc ในการสั่งวาล์วควบคุมทิศทาง (Directional Valve) ให้ทำงาน โดยระดับแรงดันอากาศสามารถปรับได้ด้วยการปรับตัวควบคุมแรงดัน(SMC/IR2000-02BG) ซึ่งสามารถปรับแรงดันอากาศได้ในช่วง 0-200 kPaและใช้มานอมิเตอร์(SMC/ PPA100) ใน การตรวจสอบแรงดันอากาศในระบบนิวเมติกส์ ขั้นตอนการทดสอบระยะกระดกโดยการเพิ่มและลดแรงดันอากาศแบบขั้นบันไดที่สำคัญมี ดังต่อไปนี้

- ติดตั้งรูปแบบการเชื่อมต่อทั้งระบบนิวเมติกส์และระบบควบคุมแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ จากนั้นทำการวางชิ้นงานกับตัวจับชิ้นงานบนกล้องจุลทรรศน์แล้วทำการตรวจสอบ สภาพชิ้นงานที่แรงดันอากาศ 27 kPa เป็นเวลา 10 นาที และสอบเทียบมิติเรขากับเม็ด ลูกปืนที่มีความเที่ยงตรงขนาด 3000 ไมครอน ดังรูปที่ 5.2
- เตรียมระบบนิวเมติกส์ โดยการตรวจสอบฟิงเกอร์วาล์วที่เชื่อมต่อกับชิ้นงานให้ปิดเพื่อ ไม่ให้แรงดันอากาศเข้าชิ้นงานก่อนการวัด ส่วนฟิงเกอร์วาล์วที่เชื่อมต่อกับมานอมิเตอร์ ให้เปิดทิ้งไว้ จากนั้นเปิดปั้มลมแล้วทำการปรับตัวปรับระดับแรงดันอากาศให้แน่ใจว่าอยู่ ที่ 0 kPa
- เตรียมสัญญาณที่ใช้ในการควบคุมวาล์วควบคุมทิศทาง (Directional Valve) โดยใช้ เครื่องจ่ายแรงดันไฟฟ้า 24 Vdc จ่ายตรงไปสั่งวาล์วควบคุมทิศทาง เพื่อให้วาล์วควบคุม ทิศทางทำงาน
- 4. เปิดฟิงเกอร์วาล์วเพื่อเตรียมทำการทดสอบ
- 5. ทำการทดลองโดยการเพิ่มระดับแรงดันอากาศแบบขั้นบันได เริ่มจากปรับระดับแรงดัน อากาศลงมาที่ 0 kPa แล้วทำการปรับแรงดันอากาศเพิ่มขึ้นไปที่ 15, 20, 25, 27 kPa ตามลำดับ ทุกๆ 1 นาที โดยทำการถ่ายภาพและวัดระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิว เมติกส์ จากนั้นทำการลดระดับแรงดันอากาศลงไปที่ 25, 20, 15, 0 kPa ตามลำดับ ทุกๆ 1 นาที โดยทำการถ่ายภาพและวัดระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ ซึ่ง การทดลองนี้ให้ทำซ้ำ 3 ครั้ง
- สำหรับการทดลองระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ในครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ให้ ทำเปลี่ยนรูปแบบการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ MOSFET เพื่อใช้ในการควบคุมวาล์วควบคุม ทิศทางด้วยความถี่ (รูปที่ 5.3) มาเป็นรูปแบบการเชื่อมต่อจากการต่อตรง (รูปที่ 5.2) ก่อนทำการทดลองตามข้อที่ 5


รูปที่ 5.2 การติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการทดสอบระยะกระดกและความถี่ในการควบคุมแอคชั่วเอเตอร์ นิวเมติกส์

5.3 การทดสอบระยะกระดกด้วยการให้ความถึ

การควบคุมแอคซัวเอเตอร์นิวเมติกส์ให้ทำงานด้วยความถี่ ซึ่งไม่สามารถให้สัญญาณใช้การ ควบคุมวาล์วควบคุมทิศทางได้โดยตรง จำเป็นต้องใช้ MOSFET ในการขยายสัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยม จากเครื่องกำเนิดสัญญาณ(Rigol-DG) จากคลื่นสี่เหลี่ยมระดับ 5Vdc เป็นคลื่นสี่เหลี่ยมระดับ 24Vdc ซึ่งสามารถใช้ในการกระตุ้นโซลนิอยด์วาล์วของวาล์วควบคุมทิศทางให้ทำงานได้ โดยตรงตัว MOSFET จะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังซึ่งนิยมใช้เป็นดิจิตอลเกตในวงจรซึ่งทนการใช้งานในความถี่ที่สูงได้ โดยขั้นตอนการทดสอบระยะกระดกด้วยการให้ความถี่ที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

- ทำการเปลี่ยนรูปแบบการเชื่อมต่อจากการต่อตรง (รูปที่ 5.2) มาเป็นการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ MOSFET เพื่อใช้ในการควบคุมวาล์วควบคุมทิศทางด้วยความถี่ดังผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการ อ้างอิง
- ตรวจสอบระบบนิวเมติกส์ โดยปรับตัวปรับระดับแรงดันอากาศให้แน่ใจว่าอยู่ที่ 0 kPa เพื่อ ตัดผลจากการทดลองก่อนหน้านี้ แล้วทำการเพิ่มแรงดันอากาศไปที่ 25 kPa

- เตรียมสัญญาณที่จะใช้ในการทดสอบความถิ่โดยปิดการจ่ายสัญญาณจากเครื่องกำเนิด สัญญาณ(Rigol-DG) และทำการเปลี่ยนรูปแบบสัญญาณเป็นสัญญาณแบบคลื่นสี่เหลี่ยม โดย ตั้งความถิ่ที่ 1 Hz ค่าแรงดันไฟฟ้ายอดสูงที่สุดไปถึงต่ำที่สุด (V_{pp}) คือ 5 Vdc ค่าแรงดันไฟฟ้า สูงสุด คือ 5 Vdc ค่าแรงดันไฟฟ้าต่ำสุด คือ 0 Vdc เวลาทำงาน (Duty Cycle) 50%
- ทำการจ่ายสัญญาณได้ตั้งค่าไว้ เพื่อให้ MOSFET เปิดแรงดันไฟฟ้า 24 Vdc เข้าวาล์วควบคุม ทิศทาง ซึ่งจะทำให้แอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ทำงานตามค่าความถี่ที่ทำการสั่งไว้ ซึ่ง แรงดันไฟฟ้า 24 Vdc ที่จะไปสั่งวาล์วควบคุมทิศทาง โดยที่มีรูปแบบสัญญาณเหมือน สัญญาณจากเครื่องกำเนิดสัญญาณ โดยจะต่างแค่ขนาดของแรงดันไฟฟ้า
- 5. ทำการบันทึกภาพและวิดิโอ วัดค่า
- เมื่อทำเสร็จให้เปลี่ยนค่าความถี่ในการทดสอบเป็น 5 Hz และ 20 Hz ตามลำดับ โดยให้คง ค่าพารามิเตอร์ค่าอื่น ๆ ไว้ โดยให้ทำการบันทึกภาพและอัดวิดิโอสำหรับแต่ล่ะค่าความถี่



รูปที่ 5.3 การติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการทดสอบระยะกระดกโดยการเปลี่ยนแปลงความถี่ในการ ควบคุมแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ด้วยการให้คลื่นสัญญาณสี่เหลี่ยม

5.4 การทดสอบวัฎจักรของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์

การใช้งานแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ในชิพของไหลจุลภาคอย่างต่อเนื่อง เช่น ไมโครปั้มหรือ วาล์วในการเปิดปิดช่องทางไหลจุลภาค จะทำให้วัสดุเกิดการล้าซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระยะ กระดกตัวที่ใช้งานในระบบช่องทางไหลจุลภาค จึงจำเป็นต้องทดสอบวัฎจักรของแอคชัวเอเตอร์นิวเม ติกส์ โดยการเปิดความถี่ 5 Hz เป็นระยะเวลายาว (50000 ครั้ง)

การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ทำได้โดยการ ถ่ายภาพและวัดระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาก่อนการให้ สัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยม ช่วงเวลาหลังการให้สัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยม 25000 ครั้ง และช่วงเวลาหลังการ ให้สัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยม 50000 ครั้ง โดยการวัดจุดล่ะ 3 ครั้ง (รูปที่ 5.4) ซึ่งสามารถคำนวณหาเวลา ที่ใช้ในการทดสอบแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ 50000 ครั้ง ดังสมการที่ 5.1



รูปที่ 5.4 กระบวนการทดสอบแบบวัฎจักร ทำโดยการติดตั้งชิ้นงานทดสอบแลเวทำการกระตุ้นให้ แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ทำงาน 50000 ครั้ง โดยทำการวัดระยะกระดกตัวเทียบ 3 ช่วงเวลาที่ 0 ครั้ง, 25000 ครั้ง และ 50000 ครั้ง

5.5 ผลการทดลองที่เกิดจากการติดตั้ง

การติดตั้งชิ้นงานทดสอบแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สำหรับการวัดระยะกระดก เมื่อทำการถอด ชิ้นงานออกจากอุปกรณ์จับชิ้นงาน และทำการติดตั้งใหม่สำหรับการทดสอบชิ้นงานทดสอบแอคชัวเอ เตอร์นิวเมติกส์สำหรับการวัดระยะกระดกซ้ำ ผลของการติดตั้งแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ในแต่ล่ะครั้ง จะส่งผลต่อระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์อย่างไร โดยในการทดลองนี้จะทำการ เปรียบเทียบผลของระยะกระดกแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ของชิ้นงานทดสอบชิ้นที่ 3 ในการติดตั้งครั้ง ที่ 1 กับการติดตั้งครั้งที่ 2 ดังรูปที่ 5.5



รูปที่ 5.5 กระบวนการทดสอบผลของการติดตั้งที่มีผลต่อระยะกระดกตัวของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ โดยใช้ชิ้นงานตัวเดียวกัน

การคำนวณหาค่าความไม่แน่นอนในการวัดเนื่องจากการติดตั้ง สามารถหาได้จากค่าส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานจากเครื่องมือซึ่งมีค่า 20 µm และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยจากการติดตั้ง ครั้งที่ 1 และครั่งที่ 2 มี 3 ค่า ตามขนาดแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ คือ ขนาด 2500 µm มีค่า 21 µm ขนาด 2000 µm มีค่า 21 µm และขนาด 1500 µm มีค่า 22 µm ซึ่งสามารถคิดค่าความไม่แน่นอน จากการติดตั้งได้ดังสมการที่ 5.2 และสามารถคำนวณหาได้ค่าความไม่แน่นอนจากการวัดเนื่องจาก การผลิตได้ดังตารางที่ 5.1

Uncertainty_{Setup} =
$$\sqrt{\text{Uncertainty}_{Tool}^2 + \text{Uncertainty}_{Sample}^2}$$
 (สมกรที่ 5.2)

ขนาดของแอคชั่วเอ เตอร์นิวเมติกส์	Uncertaint y _{Tool}	Uncertaint y _{Sample}	Uncertaint y _{setup}
1500 µm	20 µm	6 µm	21 µm
2000 µm	20 µm	7 μm	21 µm
2500 μm	20 µm	10 µm	22 µm

ตารางที่ 5.1 ตารางคำนวณหาค่าความไม่แน่นอนจากการวัดจากการติดตั้ง

หลังจากที่ได้ค่าความไม่แน่นอนจากการวัด เราสามารถสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระยะ กระดกกับแรงดันอากาศ โดยทำการเทียบระยะกระดกของการติดตั้งครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กับ ค่าเฉลี่ยของการติดตั้งที่คิดค่าความไม่แน่นอนจากการวัด ซึ่งจะได้ทั้งหมด 3 ชุดข้อมูล ตามขนาด แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ คือ ขนาด 1500 μm (ตารางที่ 5.2) ขนาด 2000 μm (ตารางที่ 5.3) และ ขนาด 2500 μm (ตารางที่ 5.4) ซึ่งสามารถสร้างกราฟความสัมพันธ์ระยะกระดกกับแรงดันอากาศได้ 3 กราฟ คือ ขนาด 1500 μm (รูปที่ 5.6) ขนาด 2000 μm (รูปที่ 5.7) และ ขนาด 2500 μm (รูปที่

5.8)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University

ระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ (µm)					
ชิ้นงานที่ 3	ชิ้นงานที่ 3	ค่าส่วนเบี่ยงเบน	ชิ้นงานที่ 3		
ติดตั้งครั้งที่ 1	ติดตั้งครั้งที่ 2	มาตราฐาน	ติดตั้งเฉลี่ย		
182	166	12	174±21		
221	212	6	216±21		
256	232	17	244±21		
263	250	9	256±21		
244	230	10	237±21		
227	207	14	217±21		
177	172	3	175±21		
	ระย ชิ้นงานที่ 3 ติดตั้งครั้งที่ 1 182 221 256 263 244 227 177	ระยะกระดกของแอคชัว ชิ้นงานที่ 3 ชิ้นงานที่ 3 ติดตั้งครั้งที่ 1 ติดตั้งครั้งที่ 2 182 166 221 212 256 232 263 250 244 230 227 207 177 172	ระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ (µ ชิ้นงานที่ 3 ชิ้นงานที่ 3 ค่าส่วนเบี่ยงเบน ติดตั้งครั้งที่ 1 ติดตั้งครั้งที่ 2 มาตราฐาน 182 166 12 221 212 6 256 232 17 263 250 9 244 230 10 227 207 14 177 172 3		

ตารางที่ 5.2 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและค่าความไม่แน่นอนจากการวัดระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์ นิวเมติกส์ขนาด 1500 µm จากการติดตั้ง



Pneumatic Actuator [1500 µm]



รูปที่ 5.6 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ขนาด 1500 µm จาก การติดตั้งเพื่อทดสอบครั้งที่ 1 และการติดตั้งเพื่อทดสอบครั้งที่ 2

แรงดับอากาศ	ระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ (µm)					
	ชิ้นงานที่ 3	ชิ้นงานที่ 3	ค่าส่วนเบี่ยงเบน	ชิ้นงานที่ 3		
(кра)	ติดตั้งครั้งที่ 1	ติดตั้งครั้งที่ 2	มาตราฐาน	ติดตั้งเฉลี่ย		
15	263	235	20	249±21		
20	324	321	3	322±21		
25	360	363	2	361±21		
27	369	395	18	382±21		
25	368	367	0	368±21		
20	322	322	0	322±21		
15	273	269	3	271±21		

ตารางที่ 5.3 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและค่าความไม่แน่นอนจากการวัดระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์ นิวเมติกส์ขนาด 2000 µm จากการติดตั้ง





รูปที่ 5.7 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ขนาด 2000 µm จาก การติดตั้งเพื่อทดสอบครั้งที่ 1 และการติดตั้งเพื่อทดสอบครั้งที่ 2

ตารางที่ 5.4 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและค่าความไม่แน่นอนจากการวัดระยะกระดกของแ	อคชั่วเอเตอร์
นิวเมติกส์ขนาด 2500 μm จากการติดตั้ง	

แรงดับอากาศ	ระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ (µm)					
	ชิ้นงานที่ 3	ชิ้นงานที่ 3	ค่าส่วนเบี่ยงเบน	ชิ้นงานที่ 3		
(KPa)	ติดตั้งครั้งที่ 1	ติดตั้งครั้งที่ 2	มาตราฐาน	ติดตั้งเฉลี่ย		
15	346	316	21	331±22		
20	438	436	2	437±22		
25	479	472	5	476±22		
27	514	516	1	515±22		
25	482	482	0	482±22		
20	439	440	1	439±22		
15	345	327	13	336±22		



Pneumatic Actuator [2500 µm]



รูปที่ 5.8 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ขนาด 2500 µm จาก การติดตั้งเพื่อทดสอบครั้งที่ 1 และการติดตั้งเพื่อทดสอบครั้งที่ 2

5.6 ผลการทดลองที่เกิดจากกระบวนการผลิต

การผลิตชิ้นงานทดสอบแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สำหรับการวัดระยะกระดก การสร้างชิ้นงาน ในแต่ละชุดการผลิต จะส่งผลต่อระยะกระดกแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์อย่างไร โดยในการทดลองนี้จะ ทำการเปรียบเทียบผลของระยะกระดกแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์จากตัวอย่างชิ้นงานทั้ง 5 ชิ้น เทียบ กับระยะกระดกแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์เฉลี่ยจากชิ้นงานทั้ง 5 ชิ้น ดังรูปที่ 5.9





Chulalongkorn University

การคำนวณหาค่าความไม่แน่นอนในการวัดเนื่องจากการกระบวนการทดลอง สามารถหาได้ จากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากเครื่องมือซึ่งมีค่า 20 μm และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยจาก ชิ้นงานที่ 1 ถึงชิ้นงานชิ้นที่ 5 โดยจะมี 3 ค่า ตามขนาดแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ คือ ขนาด 2500 μm มีค่า 25 μm ขนาด 2000 μm มีค่า 23 μm และขนาด 1500 μm มีค่า 37 μm ซึ่งสามารถคิดค่า ความไม่แน่นอนจากการผลิตดังสมการที่ 5.3 และสามารถคำนวณหาได้ค่าความไม่แน่นอนจากการวัด เนื่องจากการผลิตได้ดังตารางที่ 5.5

Uncertainty_{Fabrication} =
$$\sqrt{\text{Uncertainty}_{Tool}^2 + \text{Uncertainty}_{Sample}^2}$$
 (สมการที่ 5.3)

ขนาดของแอคชั่วเอ เตอร์นิวเมติกส์	Uncertaint y _{Tool}	Uncertaint y _{Fabrication}	Uncertaint y _{Fabrication}
1500 µm	20 µm	31 µm	37 µm
2000 µm	20 µm	12 µm	23 µm
2500 µm	20 µm	25 µm	32 µm

ตารางที่ 5.5 ตารางคำนวณหาค่าความไม่แน่นอนจากการวัดจากการผลิต

หลังจากที่ได้ค่าความไม่แน่นอนจากการวัด เราสามารถสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระยะ กระดกกับแรงดันอากาศ โดยทำการเทียบระยะกระดกของชิ้นงานที่ 1 ถึงชิ้นงานที่ 5 รวม 5 ชิ้นงาน กับค่าเฉลี่ยของชิ้นงานทั้ง 5 ที่คิดค่าความไม่แน่นอนจากการวัด ซึ่งจะได้ทั้งหมด 3 ชุดข้อมูล ตาม ขนาดแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ คือ ขนาด 1500 μm (ตารางที่ 5.6) ขนาด 2000 μm (ตารางที่ 5.7) และขนาด 2500 μm (ตารางที่ 5.8) ซึ่งสามารถสร้างกราฟความสัมพันธ์ระยะกระดกกับแรงดัน อากาศได้ 3 กราฟ คือ ขนาด 1500 μm (รูปที่ 5.10) ขนาด 2000 μm (รูปที่ 5.11) และ ขนาด 2500 μm (รูปที่ 5.12)



แรงดัน	ระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ (µm)							
อากาศ	ชิ้นงานที่	ชิ้นงานที่	ชิ้นงานที่	ชิ้นงานที่	ชิ้นงานที่	เฉลี่ย 5	CD.	
(kPa)	1	2	3	4	5	ชิ้นงาน	20	
15	170	156	182	203	169	176±37	18	
20	198	183	221	264	195	212±37	32	
25	219	196	256	292	223	237±37	37	
27	235	223	263	309	242	254±37	34	
25	219	208	244	301	221	239±37	37	
20	202	193	227	279	200	220±37	35	
15	170	156	177	225	177	181±37	26	

ตารางที่ 5.6 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและค่าความไม่แน่นอนจากการวัดระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์ นิวเมติกส์ขนาด 1500 µm จากกระบวนการผลิต



รูปที่ 5.10 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ขนาด 1500 µm จาก ชิ้นงานที่ 1-5

128

แรงดัน	ระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ (µm)							
อากาศ	ชิ้นงานที่	ชิ้นงานที่	ชิ้นงานที่	ชิ้นงานที่	ชิ้นงานที่	เฉลี่ย 5	SD.	
(kPa)	1	2	3	4	5	ชิ้นงาน	20	
15	273	226	263	236	264	253±23	20	
20	312	293	324	297	317	309±23	13	
25	358	345	360	349	357	354±23	6	
27	365	374	369	365	383	371±23	7	
25	349	342	368	351	358	353±23	10	
20	315	295	322	321	310	313±23	11	
15	271	230	273	265	271	262±23	18	

ตารางที่ 5.7 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและค่าความไม่แน่นอนจากการวัดระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์ นิวเมติกส์ขนาด 2000 µm จากกระบวนการผลิต



รูปที่ 5.11 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ขนาด 2000 µm จาก ชิ้นงานที่ 1-5

129

แรงดัน	ระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ (µm)							
อากาศ	ชิ้นงานที่	ชิ้นงานที่	ชิ้นงานที่	ชิ้นงานที่	ชิ้นงานที่	เฉลี่ย 5	S D	
(kPa)	1	2	3	4	5	ชิ้นงาน	20	
15	351	396	346	377	365	367±32	20	
20	390	470	438	442	438	436±32	29	
25	476	530	479	484	488	492±32	22	
27	493	549	514	530	520	521±32	21	
25	471	533	482	495	488	494±32	23	
20	389	483	439	428	443	436±32	34	
15	336	401	345	375	379	367±32	27	

ตารางที่ 5.8 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและค่าความไม่แน่นอนจากการวัดระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์ นิวเมติกส์ขนาด 2500 µm จากกระบวนการผลิต





Pneumatic Actuator [2500 µm]

รูปที่ 5.12 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ขนาด 2500 µm จาก ชิ้นงานที่ 1-5

5.7 ผลการทดลองที่เกิดจากการทดลองวัฎจักร

ผลของระยะกระดกแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ที่เกิดจากการใช้งาน โดยการเปิดปิดแอคชั่วเอ เตอร์นิวเมติกส์อย่างต่อเนื่องซึ่งในการทดลองนี้จะทำการเฉลี่ยผลของระยะกระดกแอคชั่วเอเตอร์นิว เมติกส์จากชิ้นงานทั้ง 5 ชิ้น ในแต่ละช่วงเวลาทดสอบ ซึ่งมีอยู่ 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาก่อนการให้ สัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยม ช่วงเวลาหลังการให้สัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยม 25000 ครั้ง และช่วงเวลาหลังการ ให้สัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยม 50000 ครั้ง แล้วทำการเทียบผลของระยะกระดกแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ ดังรูปที่ 5.4

การคำนวณหาค่าความไม่แน่นอนในการวัดเนื่องจากการใช้งานสำหรับการทดสอบวัฎจักร สามารถหาได้จากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากเครื่องมือซึ่งมีค่า 20 µm และค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานเฉลี่ยจากชิ้นงานที่ใช้งานใน 3 ช่วงเวลา โดยจะมี 3 ค่า ตามขนาดแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ คือ ขนาด 2500 µm มีค่า 21 µm ขนาด 2000 µm มีค่า 22 µm และขนาด 1500 µm มีค่า 21 µm สามารคิดค่าความไม่แน่นอนในการวัดจากการทดสอบวัฎจักรดังสมการที่ 5.4 และสามารถ คำนวณหาค่าความไม่แน่นอนจากการวัดเนื่องจากการทดลองวัฎจักรได้ดังตารางที่ 5.9

Uncertainty_{Cyclic} =
$$\sqrt{\text{Uncertainty}_{Tool}^2 + \text{Uncertainty}_{Cyclic}^2}$$
 (สมกรที่ 5.4)

	1 72	MU	
ขนาดของแอคชั่วเอ เตอร์นิวเมติกส์	Uncertaint y _{Tool}	Uncertaint y _{Robustness}	Uncertaint y _{Robustness}
1500 µm	20 µm	6 µm	21 µm
2000 µm	20 µm	9 µm	22 µm
2500 µm	20 µm	6 µm	21 µm

ตารางที่ 5.9 ตารางคำนวณหาค่าความไม่แน่นอนจากการวัดจากการทดสอบวัฏจักร

หลังจากที่ได้ค่าความไม่แน่นอนจากการวัด เราสามารถสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระยะ กระดกกับแรงดันอากาศ โดยทำการเทียบระยะกระดกตาม 3 ช่วงเวลากับค่าเฉลี่ยที่คิดค่าความไม่ แน่นอนจากการวัด ซึ่งจะได้ทั้งหมด 3 ชุดข้อมูล ตามขนาดแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ คือ ขนาด 1500 μm (ตารางที่ 5.10) ขนาด 2000 μm (ตารางที่ 5.11) และขนาด 2500 μm (ตารางที่ 5.12) ซึ่ง สามารถสร้างกราฟความสัมพันธ์ระยะกระดกกับแรงดันอากาศได้ 3 กราฟ คือ ขนาด 1500 μm (รูป ที่ 5.13) ขนาด 2000 μm (รูปที่ 5.14) และขนาด 2500 μm (รูปที่ 5.15)

	ระยะกระดกเฉลี่ยของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ (µm)					
แรงดันอากาศ (kPa)	ครั้งที่ 1 (ทดสอบ ก่อนให้สัญญาณ คลื่นสี่เหลี่ยม)	ครั้งที่ 2 (ทดสอบ หลังให้สัญญาณ คลื่นสี่เหลี่ยม 25000 ครั้ง)	ครั้งที่ 3 (ทดสอบ หลังให้สัญญาณ คลื่นสี่เหลี่ยม 50000 ครั้ง)	ผลเฉลี่ยจากการ ทดสอบ 3 ช่วงเวลา		
15	181	176	171	176±21		
20	221	212	203	212±21		
25	233	242	236	237±21		
27	252	260	250	254±21		
25	240	241	234	239±21		
20	230	218	212	220±21		
15	184	182	177	181±21		
		AGA	0			

ตารางที่ 5.10 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและค่าความไม่แน่นอนจากการวัดระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์ นิวเมติกส์ขนาด 1500 µm จากการทดสอบวัฎจักร

Pneumatic Actuator [1500 µm]



รูปที่ 5.13 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ขนาด 1500 µm จาก การทดลองใน 3 ช่วงเวลา

	ระยะกระดกเฉลี่ยของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ (μm)					
แรงดันอากาศ (kPa)	ครั้งที่ 1 (ทดสอบ ก่อนให้สัญญาณ คลื่นสี่เหลี่ยม)	ครั้งที่ 2 (ทดสอบ หลังให้สัญญาณ คลื่นสี่เหลี่ยม 25000 ครั้ง)	ครั้งที่ 3 (ทดสอบ หลังให้สัญญาณ คลื่นสี่เหลี่ยม 50000 ครั้ง)	ผลเฉลี่ยจากการ ทดสอบ 3 ช่วงเวลา		
15	261	258	239	253±22		
20	317	310	299	309±22		
25	361	357	343	354±22		
27	377	374	362	371±22		
25	359	354	347	353±22		
20	317	324	297	313±22		
15	270	261	255	262±22		

ตารางที่ 5.11 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและค่าความไม่แน่นอนจากการวัดระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์ นิวเมติกส์ขนาด 2000 µm จากการทดสอบวัฎจักร



Pneumatic Actuator [2000 µm]



รูปที่ 5.14 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ขนาด 2000 µm จาก การทดลองใน 3 ช่วงเวลา

	ระยะกระดกเฉลี่ยของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ (µm)				
แรงดันอากาศ (kPa)	ครั้งที่ 1 (ทดสอบ ก่อนให้สัญญาณ คลื่นสี่เหลี่ยม)	ครั้งที่ 2 (ทดสอบ หลังให้สัญญาณ คลื่นสี่เหลี่ยม 25000 ครั้ง)	ครั้งที่ 3 (ทดสอบ หลังให้สัญญาณ คลื่นสี่เหลี่ยม 50000 ครั้ง)	ผลเฉลี่ยจากการ ทดสอบ 3 ช่วงเวลา	
15	377	367	356	367±21	
20	447	434	426	436±21	
25	494	493	488	492±21	
27	523	525	516	521±21	
25	496	491	495	494±21	
20	432	443	434	436±21	
15	373	369	359	367±21	
		AGA			

ตารางที่ 5.12 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและค่าความไม่แน่นอนจากการวัดระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์ นิวเมติกส์ขนาด 2500 μm จากการทดสอบวัฎจักร





รูปที่ 5.15 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ขนาด 2500 µm จาก การทดลองใน 3 ช่วงเวลา

5.8 ผลการเกิดฮิสเทอรีซิส

การเกิดฮิสเทอรีซิส (Hysteresis) สำหรับในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เกิดจากการเปรียบเทียบ ระหว่างระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ในช่วงการเพิ่มแรงดันอากาศกับระยะกระดกของ แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ในช่วงการลดแรงดันอากาศที่แรงดันอากาศคงที่ที่เท่ากัน โดยในวิทยานิพนธ์ ฉบับนี้ จะทำการเทียบระยะการกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ที่ 4 ค่าแรงดันอากาศ คือ 15 kPa, 20 kPa, 25 kPa และ 27 kPa แล้วทำการเทียบกับค่าความไม่แน่นอนจากการวัด โดยเงื่อนไข การเกิดฮิสเทอรีซิสให้เทียบกับค่าความไม่แน่นอนจากการวัดจากสมการที่ 5.5

Deflection_{@Constant_Pressure} < Uncertainty_{Total} ; No Hysteresis Deflection_{@Constant_Pressure}

Uncertainty_{Total} ; Hysteresis

การเปรียบเทียบค่าฮิสเทอรีซิสที่เกิดขึ้นกับค่าความไม่แน่นอนในการวัดที่พิจารณาจากการ ติดตั้งและชิ้นงานของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ที่แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ทั้ง 3 ขนาด คือ ขนาด 1500 µm (รูปที่ 5.16) ขนาด 2000 µm (รูปที่ 5.17) และขนาด 2500 µm (รูปที่ 5.18)



รูปที่ 5.16 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าฮิสเทอรีซิสกับค่าความไม่แน่นอนจากการวัดของแอคชัวเอ เตอร์นิวเมติกส์ขนาด 1500 µm



รูปที่ 5.17 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าฮิสเทอรีซิสกับค่าความไม่แน่นอนจากการวัดของแอคชัวเอ เตอร์นิวเมติกส์ขนาด 2000 µm



รูปที่ 5.18 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าฮิสเทอรีซิสกับค่าความไม่แน่นอนจากการวัดของแอคชัวเอ เตอร์นิวเมติกส์ขนาด 2500 µm

5.9 ผลการทดลองระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์จากความถึ่

การทดสอบการให้สัญญาณความถี่ไปที่วาล์วควบคุมทิศทาง ที่ให้แรงดันอากาศคงที่ที่ 25 kPa โดยการควบคุมความถี่ 3 ค่า คือ 1 Hz, 5 Hz และ 20 Hz ตามลำดับ ซึ่งชิ้นงานที่ใช้ในการ ทดสอบระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์จากการควบคุมสัญญาณความถี่คือชิ้นงานตัวอย่างที่ 3 โดยการคิดค่าความไม่แน่นอนในการวัดของกรณีนี้ จำเป็นต้องพิจารณาผลที่เกิดจากเครื่องมือ การ ติดตั้ง กระบวนการผลิต และวัฏจักรของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ ซึ่งสามารถหาได้จากสมการที่ 5.6

Uncertainty_{Total} =
$$\sqrt{\text{Uncertainty}_{Tool}^2 + \text{Uncertainty}_{Sample}^2}$$
 (สมการที่ 5.6)

การหาค่าความไม่แน่นอนจากการวัดจากผลของความถี่ สามารถทำได้โดยการพิจารณาค่า เบี่ยงเบนมาตราฐานเฉลี่ยทั้งจากเครื่องมือ การติดตั้ง กระบวนการผลิตและการทดสอบวัฏจักร ซึ่งจะ ได้ค่าความไม่แน่นอนจากการวัดจากผลของความถี่ดังตารางที่ 5.13

ขนาดของแอคชัว เอเตอร์นิวเมติกส์	Un _{Tool}	Un _{setup}	Un _{Fabrication}	Un _{Robustness}	Uncertainty _{Total}
1500 µm	20 µm	22 µm	37 µm	21 µm	52 µm
2000 µm	20 µm	22 µm	23 µm	21 µm	43 µm
2500 µm	20 µm	6 µm	25 µm	6 µm	33 µm

ตารางที่ 5.13 ตารางคำนวณหาค่าความไม่แน่นอนจากการวัดจากผลของความถึ่

จุฬาส่งกรณ์มหาวิทยาสีย

การหาค่าเพื่อเปรียบเทียบในวิทยานิพนธ์นี้จะทำการหาค่าระยะกระดกสูงสุดและต่ำสุด โดย เทียบกับระยะกระดกเฉลี่ยและคิดผลของความไม่แน่นอนจากการวัด

การให้ความถี่ 1 Hz ไปสั่งการทำงานของวาล์วควบคุมทิศทาง สามารถวัดระยะสูงสุดและ ต่ำสุดของระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ได้ จะเป็นดังตารางที่ 5.14 ซึ่งมาจากภาพที่บันทึก ไว้ทั้งระยะกระดกสูงสุด (รูปที่ 5.19ก) ซึ่งระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์จะมีค่าใกล้เคียง กับค่าระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์เฉลี่ยของตัวอย่างที่ 3 และระยะกระดกต่ำสุด (รูปที่ 5.19ข) จะมีค่าเท่ากับ 0 μm เพราะฟิล์มบางสามารถคืนรูปกลับเป็นแบบเดิมได้เนื่องจากมีช่วงเวลา สำหรับการเปลี่ยนรูปร่าง

การให้ความถี่ 5 Hz ไปสั่งการทำงานของวาล์วควบคุมทิศทาง สามารถวัดระยะสูงสุดและ ต่ำสุดของระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ได้ ซึ่งระยะสูงสุดของระยะกระดกของแอคชัวเอ เตอร์นิวเมติกส์จะมีค่าที่น้อยลง ในขณะที่ระยะต่ำสุดของระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ ฟิล์มบางจะไม่ทันได้คืนรูปกลับไปที่จุด 0 µm เนื่องจากที่ความถี่นี้แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์จะ ตอบสนองต่อความถี่ไม่ทัน ซึ่งความถี่ 5 Hz นี้ยังสามารถวัดค่าระยะสูงสุดและต่ำสุดของระยะกระดก ของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ได้อย่างชัดเจนด้วยการถ่ายภาพจากไฟล์วิดิโอที่ได้ทำการอัดไว้ในระหว่าง การทดลองซึ่งจะได้ค่าระยะกระดกสูงสุด (รูปที่ 5.20ก) และระยะกระดกต่ำสุด (รูปที่ 5.20ข) ของ แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ดังตารางที่ 5.15

การให้ความถี่ 20 Hz ไปสั่งการทำงานของวาล์วควบคุมทิศทาง ทำให้การวัดระยะสูงสุดและ ต่ำสุดของระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์วัดได้ยาก เนื่องจากช่วงการกระดกในระหว่างการ เปิดและปิดวาล์วควบคุมทิศทางตามความถี่ 20 Hz มีช่วงที่สั้นลงเนื่องจากที่ความถี่นี้แอคชัวเอเตอร์ นิวเมติกส์จะตอบสนองต่อความถี่ไม่ทัน ทำให้ค่าระยะสูงสุดและต่ำสุดของระยะกระดกของแอคชัวเอ เตอร์นิวเมติกส์ที่วัดได้ออกมามีค่าที่ใกล้เคียงกันมาก การถ่ายภาพจากไฟล์วิดิโอที่ได้ทำการอัดไว้ใน ระหว่างการทดลองซึ่งจะได้ค่าระยะกระดกสูงสุด (รูปที่ 5.21ก) และระยะกระดกต่ำสุด (รูปที่ 5.21ข) ซึ่งค่าที่วัดได้ทั้งระยะกระดกสูงสุดและระยะกระดกต่ำสุดของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์จะมีค่าดังตาราง ที่ 5.16



ตารางที่ 5.14 ตารางระยะกระดกสู	งสุดและต่ำสุดของแอคช่	ชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ที่	ควบคุมด้วยความถี่	1
Hz				

แอคชั่วเอเตอร์นิวเม	ระยะกระดกสูงสุด	ระยะกระดกต่ำสุด	ระยะกระดกเฉลี่ย
ติกส์ขนาด	(µm)	(µm)	(µm)
1500 µm	258	0	238±33
2000 µm	358	0	354±43
2500 µm	486	0	493±52



รูปที่ 5.19 (ก) ระยะกระดกสูงสุดของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ทดสอบด้วยความถี่ 1 Hz (ข) ระยะกระดกต่ำสุดของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ทดสอบด้วยความถี่ 1 Hz

แอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ขนาด	ระยะกระดกสูงสุด (µm)	ระยะกระดกต่ำสุด (µm)
1500 μm	173	134
2000 µm	272	159
2500 μm	368	262

ตารางที่ 5.15 ตารางระยะกระดกสูงสุดและต่ำสุดของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ที่ควบคุมด้วยความถี่ 5 Hz



รูปที่ 5.20 (ก) ระยะกระดกสูงสุดของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ทดสอบด้วยความถี่ 5 Hz (ข) ระยะกระดกต่ำสุดของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ทดสอบด้วยความถี่ 5 Hz

ตารางที่ 5.16	ตารางระยะกระด	าสูงสุดและต่ำสุดา	ของแอคชั่วเอเต	อร์นิวเมติ	กส์ที่ควบคุม	มด้วยความถี่
20 Hz						

แอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ขนาด	ระยะกระดกสูงสุด (µm)	ระยะกระดกต่ำสุด (µm)
1500 μm	161	154
2000 µm	231	225
2500 μm	272	256



รูปที่ 5.21 (ก) ระยะกระดกสูงสุดของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ทดสอบด้วยความถี่ 20 Hz (ข) ระยะกระดกต่ำสุดของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ทดสอบด้วยความถี่ 20 Hz

5.10 สรุปคุณลักษณะของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์

ระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์จะทำการทดลอง 3 ขนาด คือ ขนาด 1500 µm 2000 µm และ 2500 µm ซึ่งสามารถวัดได้ในช่วง 15 kPa ขึ้นไปโดยการวัดค่าระยะกระดกของ แอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์แบบขั้นบันไดในช่วง 15 kPa – 27 kPa

ส่วนค่าแรงดันอากาศสูงสุดที่ชิ้นงานทดสอบไม่เสียหายที่ 25 kPa สามารถวัดระยะกระดก เฉลี่ยโดยการคิดผลค่าความไม่แน่นอนจากการวัดได้ โดยขนาด 1500 μm ระยะกระดกจะได้ 238±52 μm ขนาด 2000 μm ระยะกระดกจะได้ 354±43 μm และขนาด 2500 μm ระยะกระดก จะได้ 493±33 μm

การทดสอบระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์โดยการให้ความถี่นั้นพบว่า ความถี่ที่ ทำการทดสอบ 3 ความถี่ คือ 1 Hz, 5 Hz, 20Hz พบว่าความถี่ที่ตอบสนองได้ดีคือ 1 Hz เป็นความถี่ ที่แอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สามารถตอบสนองต่อความถี่ได้ดี เมื่อทำการเพิ่มความถี่ที่สูงขึ้นจะส่งผลให้ ระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์เฉลี่ยลดลง ช่วงระยะการกระดกและเวลาในการเคลื่อนที่ ของฟิล์มบางสั้นลง จนเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยค่าหนึ่ง

การทดสอบแบบวัฎจักร 50,000 ครั้ง โดยการวัดระยะกระดกของแอคซัวเอเตอร์นิวเมติกส์ที่ 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาก่อนการให้สัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยม ช่วงเวลาหลังการให้สัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยม 25000 ครั้ง และช่วงเวลาหลังการให้สัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยม 50000 ครั้ง พบว่าความแตกต่างของ ระยะกระดกไม่มากถือว่าค่าใกล้เคียงกันมาก (การกระจายข้อมูลต่ำ) สรุปได้ว่าแอคชัวเอเตอร์นิวเม ติกส์มีช่วงชีวิตทำงานได้อย่างน้อย 50000 ครั้ง

การนำผลของระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์มาเปรียบเทียบกันแบบชิ้นงานต่อ ชิ้นงานจะพบมีค่าค่างกันมาก (การกระจายข้อมูลที่สูงมาก) กล่าวได้ว่าในการผลิตชิ้นงานแต่ล่ะชิ้น ค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องในการสร้างชิ้นงานแต่ล่ะชิ้นจะไม่เท่ากันเนื่องจากยากต่อการควบคุม เช่น อัตราส่วนผสม PDMS ระยะเวลาในการแข็งตัว เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงานโดยตรง ดังนั้น การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต ถือเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในอันดับต้นๆ

บทที่ 6 การทดสอบการรั่วไหล

บทที่ 6 นี้จะเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของการใช้งานแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ โดยการ สร้างชิพของไหลจุลภาคที่มีส่วนประกอบสำคัญ 4 ส่วน คือ ชั้นควบคุม ชั้นของไหล ฟิล์มบางและ อุปกรณ์เชื่อมต่อ โดยจะทำการทดสอบแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ในการเปิดปิดช่องทางไหลจุลภาคถึง ประสิทธิภาพในการปิด ไม่ให้ของไหลเกิดการรั่วไหลผ่านช่องทางไหลจุลภาค

6.1 การสร้างชิพสำหรับทดสอบการรั่วไหล

ชิพของไหลจุลภาคสำหรับการทดสอบการรั่วไหลที่มีส่วนประกอบสำคัญ 4 ส่วน คือ ชั้น ควบคุม ชั้นของไหล ฟิล์มบางและอุปกรณ์เชื่อมต่อ โดยชั้นควบคุม ชั้นของไหลและพอร์ตเชื่อมต่อจะ สร้างด้วยวิธีซอฟต์ลิโทกราฟี (Soft Lithography) ด้วยแม่พิมพ์ที่สร้างจากเครื่องพิมพ์สามมิติด้วยแสง UV (รูปที่ 6.1ก-ข) ในส่วนของฟิล์มบางจะใช้การสร้างชั้นฟิล์มบางบนชั้นสังเวยที่ทำจาก PVA ก่อน นำไปประสานด้วยวิธีคายประจุโคโรน่าและกำจัดชั้นสังเวย หลังจากที่ได้ชิ้นงานข้างต้นแล้ว ให้นำด้าน ชั้นของไหลและฟิล์มบางที่มีชั้นสังเวยติดอยู่ มาประสานด้วยเทคนิคการคายประจุโคโรน่า ก่อนทำการ ล้างชั้นสังเวยออก แล้วนำชิ้นงานที่ได้มาประสานกับชั้นควบคุม พอร์ตเชื่อมต่อและกระจกสไลด์ใน ภายหลัง (รูปที่ 6.2ก) โดยพอร์ตเชื่อมต่อสำหรับของเหลวควรทำการสอดท่อและหยอด PDMS เพื่อ ไม่ให้เกิดการรั่วไหล (รูปที่ 6.2ข) ชั้นตอนกระบวนการสร้างทั้งหมดสามารถสรุปได้ดัง รูปที่ 6.1ค ซึ่งโครงสร้างชิพสำหรับการ

ขั้นตอนกระบวนการสร้างทั้งหมดสามารถสรุปได้ดัง รูปที่ 6.1ค ซึ่งโครงสร้างชิพสำหรับการ ทดสอบการรั่วไหลนี้เมื่อตัดขวางภาพในแนวช่องทางไหลจุลภาคชั้นควบคุม (รูปที่ 6.3ก) และช่องทาง ไหลจุลภาคชั้นควบคุม (รูปที่ 6.3ข)



รูปที่ 6.1 (ก) แม่พิมพ์ชั้นของไหลจุลภาคที่สร้างจากเครื่องพิมพ์สามมิติ (ข) แม่พิมพ์ชั้นควบคุมที่สร้าง จากเครื่องพิมพ์สามมิติ (ค) กระบวนการสร้างชิพสำหรับการทดสอบการรั่วไหล



รูปที่ 6.2 (ก) ชิพทดสอบการรั่วไหล (ข) พอร์ตเชื่อมต่อของเหลวที่สอดท่อและหยอด PDMS แล้ว



รูปที่ 6.3 (ก) ภาพตัดขวางชิพสำหรับการทดสอบการรั่วไหลตามแนวช่องทางไหลจุลภาคชั้นควบคุม (ข) ภาพตัดขวางชิพสำหรับการทดสอบการรั่วไหลตามแนวช่องทางไหลจุลภาคชั้นของไหล

6.2 การทดสอบการรั่วไหลของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์

อุปกรณ์ทดสอบนี้ได้ออกแบบให้ช่องทางไหลจุลภาคของชั้นควบคุม มีความกว้าง 2000 µm และความสูง 2000 µm ในขณะที่ช่องทางไหลจุลภาคของชั้นของไหลมีความกว้าง 2000 µm และ ความสูง 300 µm โดยส่วนที่มาซ้อนทับกันจะทำให้เกิดแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สำหรับควบคุม ช่องทางไหลจุลภาคได้

ชิ้นงานที่ได้หลังจากกระบวนการสร้าง จะทำการทดสอบโดยการเปิดลมอัดจากชุดการติดตั้ง นิวเมติกส์ที่ต่อเข้ากับวาล์วควบคุมทิศทางที่จ่ายแรงดันไฟฟ้าคงที่ 24 Vdc (รูปที่ 6.4) เพื่อให้ฟิล์มบาง เกิดการขยายตัวก่อนไปปิดช่องทางไหลจุลภาค ก่อนฉีดของเหลวใส่สีเข้าที่ช่องของไหลจุลภาคด้วย เครื่องควบคุมอัตราการไหล (Syringe pump) (รุ่น Fusion200-Chemyx) เพื่อดูอัตราการไหลที่ทำให้ แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์เกิดการรั่วไหลได้ รูปที่ 6.5ก โดยการเพิ่มอัตราการไหลจนทำให้แอคชัวเอ เตอร์นิวเมติกส์ที่ให้ค่าแรงดันอากาศคงที่เกิดการรั่วไหลดังรูปที่ 6.5ข





รูปที่ 6.5 (ก) การให้ของเหลวใส่สีเข้าไปที่แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ก่อนเกิดการรั่ว (ข) การให้ของเหลว ใส่สีที่มีอัตราการไหลสูงขึ้นเข้าไปที่แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ก่อนหลังการรั่ว

ขั้นตอนการทดลอง

- ทำการเตรียมระบบนิวเมติกส์และระบบจ่ายไฟทางด้านวาล์วควบคุมทิศทางให้เรียบร้อย โดย ทำการปรับแรงดันอากาศลงมาที่ 0 kPa และจ่ายไฟ 24 Vdc เข้าวาล์วควบคุมทิศทาง
- นำกระบอกฉีดยาขนาด 10 ml มาดูดของเหลวมีสีก่อนจะนำไปติดตั้งที่เครื่องควบคุมอัตรา การไหล (Syringe pump) (รุ่น Fusion200-Chemyx)
- ติดตั้งชิพสำหรับการทดสอบการรั่วไหล (รูปที่ 6.6ก) บนตัวจับยึดชิ้นงานและทำการเชื่อมต่อ ระบบควบคุมจากวาล์วควบคุมทิศทางและของเหลวจากกระบอกฉีดยาที่ติดตั้งกับเครื่อง ควบคุมอัตราการไหล (Syringe pump) (รูปที่ 6.6ข) ก่อนนำไปติดตั้งบนกล้องจุลทรรศน์ (รูปที่ 6.6ค) และปรับตำแหน่งและจุดโฟกัสของกล้องจุลทรรศน์แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ (รูป ที่ 6.6ง)
- กำหนดค่าพารามิเตอร์ของเครื่องควบคุมอัตราการไหล (Syringe pump) โดยทำการเลือก ยี่ห้อและปริมาตรของกระบอกฉีดยาให้ตรงกับกระบอกแดยาที่ใช้งาน โดยกำหนดโหมดการ ใช้งานให้เป็นการฉีด (Infusion)
- ปรับระดับแรงดันอากาศจาก 0 kPa เพิ่มขึ้นไปจนถึง โดยสังเกตุจากตำแหน่งที่ช่องนิวเมติกส์ ในชั้นควบคุมและช่องของเหลวในชั้นของไหล ทับกันว่าฟิล์มบางเกิดการดันตัวติดกับผนัง ช่องทางไหลจุลภาคจนปิดสนิท
- 6. บันทึกวิดิโอ ทำการสั่งให้เครื่องควบคุมอัตราการไหล (Syringe pump) ทำงาน





รูปที่ 6.6 (ก) ชิพทดสอบการรั่วไหลก่อนการติดตั้ง (ข) การติดตั้งชิพทดสอบการรั่วไหลบนตัวจับยึด ชิ้นงาน (ค) การติดตั้งชิพทดสอบการรั่วไหลบนตัวจับยึดชิ้นงานบนกล้องจุลทรรศน์ (ง) ภาพโฟกัส ตำแหน่งแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สำหรับการบันทึกวิดิโอ

6.3 ผลการทดสอบการรั่วไหลของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์

การทดสอบการป้องกันการรั่วไหลของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์เริ่มจากการให้แรงดันอากาศ กับแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ที่ 28 kPa และให้อัตราการไหลที่ 0.5 ml/min พบว่าแอคชั่วเอเตอร์นิว เมติกส์ ไม่สามารถปิดกั้นไม่ให้ของเหลวมีสีไหลผ่านได้ ทั้งนี้เกิดจากฟิล์มบางบางส่วนที่ไปติดกับผิว ช่องทางไหลจุลภาคด้านชั้นของไหลในกระบวนการประสานชิ้นงาน (ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการ อ้างอิง) จึงทำการทดสอบแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์อีกตัวหนึ่ง ซึ่งสามารถเพิ่มแรงดันอากาศถึง 35 kPa และให้อัตราการไหลที่ 0.5 ml/min (ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง) พบว่าแอคชัวเอเตอร์นิวเม ติกส์สามารถปิดกั้นไม่ให้ของเหลวมีสีไหลผ่านได้ แต่เมื่อทำการเพิ่มอัตราการไหลไปที่ 1 ml/min พบว่าแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์เกิดการรั่วไหล ดังผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง



รูปที่ 6.7 ฟิล์มบางบางส่วนในช่องทางไหลจุลภาคติดกับผนังของช่องทางไหล ทำให้ไม่สามารถปิดกั้น ของเหลวได้



รูปที่ 6.8 แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ทำงานที่แรงดันอากาศ 35 kPa ปิดกั้นช่องทางไหลจุลภาค โดยมี อัตราการไหล 0.5 ml/min (ทดสอบที่ช่องทางไหลด้านบน)



รูปที่ 6. 9 แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ทำงานที่แรงดันอากาศ 35 kPa ปิดกั้นช่องทางไหลจุลภาค โดยมี อัตราการไหล 1 ml/min (ทดสอบที่ช่องทางไหลด้านบน)

6.4 สรุปผลการทดสอบการรั่วไหลของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์

แอคชัวเอแตอร์นิวเมติกส์สามารถปิดกั้นของไหลได้ โดยการใช้แรงดันอากาศ 35 kPa ที่อัตรา การไหล 0.5 ml/min แต่เมื่อทำการเพิ่มอัตราการไหลไปที่ 1 ml/min จะเกิดการรั่วไหล ซึ่งเมื่อ พิจารณากับงานวิจัยของห้องปฏิบัติวิจัยการระบบกลไฟฟ้าขนาดจุลภาคและนาโนเทคโนโลยี ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนการคัดแยกเซลล์ด้วย อุปกรณ์ท่อขดแบบเกลียวที่มีอัตราการไหล 1.0 ml/min กับส่วนการเพาะเลี้ยงเซลล์เดี่ยวในหลุม รูปทรงสามเหลี่ยมขนาดจุลภาคที่มีอัตราการไหล 1.0 ml/hr ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้มีอัตราการไหลที่ต่ำกว่า ค่าที่ทำการทดลอง กล่าวคือ แอคชัวเอเตอร์ที่ทำการทดสอบนี้สามารถนำไปใช้งานจริงได้ แต่ จำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการสร้างขั้นตอนการประสาน เนื่องจากฟิล์มบางมีโอกาสไปติดกับผนัง ของช่องทางไหลจุลภาคได้ ทำให้ไม่สามารถปิดช่องทางไหลจุลภาคได้ เนื่องจากเมื่อให้แรงดันอากาศ ฟิล์มจะไม่เกิดการเปลี่ยนสภาพ

บทที่ 7

สรุปผลการศึกษา

บทที่ 7 นี้จะเป็นเนื้อหาอยู่ 2 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นการสรุปผลการศึกษากระบวนการสร้าง ชิพทดสอบระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ และการทดสอบแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ ตั้งแต่ การทดสอบระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ การทดสอบการปิดกั้นช่องทางไหลจุลภาค ส่วน ที่ 2 นี้จะเป็นส่วนข้อแนะนำจากปัญหาที่พบเจอในกระบวนการสร้างชิพทดสอบระยะกระดกของ แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์และการทดสอบระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ การทดสอบการ ปิดกั้นช่องทางไหลจุลภาค ตลอดจนการนำแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ไปใช้งาน

7.1 สรุป

การศึกษากระบวนการสร้างชิพของไหลจุลภาคและฟิล์มบางด้วยวิธีที่ทำได้ง่ายและรวดเร็ว ทำโดยการสร้างแม่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติสำหรับการหล่อชิ้นงาน ชั้นคววบคุม, ชั้นของไหล และ พอร์ตเชื่อมต่อด้วยวิธีซอฟต์ลิโทกราฟี (Soft Lithography) ซึ่งเป็ยวิธีที่ง่ายต่อการหล่อชิ้นงานแต่จะ ใช้เวลาในการแข็งตัวของ PDMS นานถึง 48 ชม. ทั้งนี้เกิดจากข้อจำกัดของวัสดุที่ทนอุณหภูมิสูงมาก ไม่ได้ ขณะที่การสร้างฟิล์มบางด้วยเทคนิคการปั่นเหวี่ยงบนชั้นสังเวยเป็นวิธีที่ง่ายสำหรับการ เปลี่ยนแปลงความหนาของฟิล์มบาง แต่ชั้น PVA ที่มีคุณสมบัติในการละลายน้ำที่อุณหภูมิ 100-120 °C เมื่อทำการล้างออกหลังจากการประสานจะกำจัดคราบค่อนข้างยาก ต้องให้คลื่นอัลตราโซนิคใน การซะล้างคราบ PVA นานหลายชั่วโมง

การประสานขึ้นงานด้วยวิธีการคายประจุโคโรน่าเป็นเทคนิคการเชื่อมประสานโดยการ กระตุ้นพลาสม่า (Plasma-Activated Bonding) ซึ่งใช่แท่งอิเล็กโทรดในการให้ประจุโคโรน่าไปที่ ผิวขึ้นงานโดยตรง ซึ่งเป็นวิธีที่ทำได้กับขึ้นงาน PDMS-PDMS ซึ่งปัญหาที่ใหญ่ที่พบคือ คุณภาพของ ผิวขึ้นงานก่อนการประสาน ซึ่งเกิดได้ทั้งจากแม่พิมพ์และการเก็บชิ้นงานระหว่างการรอเชื่อมประสาน ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพของการเชื่อมประสานซิ้นงานลดลง ดังนั้นการปรับปรุงแม่พิมพ์ การเก็บรักษา และการทำความสะอาดผิวชิ้นงานก่อนการประสานจะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้

การศึกษาผลของขนาดของฟิล์มบางและการเปลี่ยนแปลงแรงดันต่อระยะกระดกของฟิล์ม บาง จะเริ่มจากการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการทดลอง โดยการทดสอบระยะกระดกของแอคชัวเอ เตอร์นิวเมติกส์ จะทำบนกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งเราไม่สามารถวางชิ้นงานบนแท่นของกล้องจุลทรรศน์ได้ โดยตรง จำเป็นต้องมีอุปกรณ์จับชิ้นงาน ในการจับชิ้นงานทดสอบให้อยู่นิ่ง เมื่อทำการให้แรงดัน อากาศพบว่าแรงดันอากาศสูงสุดที่ไม่ทำให้ชิ้นงานเสียหาย คือ 25 kPa ในส่วนการสอบเทียบมิติเรขา สามารถทำได้โดยการวางเม็ดลูกปืนที่มีความเที่ยงตรงขนาด 3000 ไมครอน วางบนชิ้นงาน ซึ่งการวาง ให้ตรงตำแหน่งด้วยมือทำได้ยากและเกิดความคลาดเคลื่อน ซึ่งส่งผลให้ภาพเกิดการบิดเบือนไปจาก ความจริง การวัดขนาดมิติเรขาจากภาพสะท้อนด้านข้างของเม็ดลูกปืนที่มีความเที่ยงตรงขนาด 3000 ไมครอน ในแกน Y จะช่วยลดผลของค่าที่ได้จากการบิดเบือนของภาพได้

ขั้นตอนต่อไปคือการวัดระยะกระดกตัว โดยระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ สามารถวัดได้ในช่วง 15 kPa ขึ้นไป ซึ่งจะเห็นแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ 3 ขนาดที่ชัดเจน คือ ขนาด 1500 μm, ขนาด 2000 μm และขนาด 2500 μm โดยการวัดค่าระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิว เมติกส์แบบขั้นบันไดในช่วง 15 kPa – 27 kPa พบว่าส่วนค่าแรงดันอากาศสูงสุดที่ชิ้นงานทดสอบไม่ เสียหายที่ 25 kPa สามารถวัดระยะกระดกเฉลี่ยโดยการคิดผลค่าความไม่แน่นอนจากการวัดได้ โดย ขนาด 1500 μm ระยะกระดกจะได้ 238±52 μm, ขนาด 2000 μm ระยะกระดกจะได้ 354±43 μm และขนาด 2500 μm ระยะกระดกจะได้ 493±33 μm ที่ค่าแรงดันอากาศคงที่ที่ 25 kPa

การทดสอบระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์โดยการให้ความถี่นั้นพบว่า ความถี่ที่ ทำการทดสอบ 3 ความถี่ คือ 1 Hz, 5 Hz, 20Hz พบว่าความถี่ที่ตอบสนองได้ดีคือ 1 Hz เป็นความถี่ ที่แอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สามารถตอบสนองต่อความถี่ได้ดี เมื่อทำการเพิ่มความถี่ที่สูงขึ้นจะส่งผลให้ ระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์เฉลี่ยลดลง ช่วงระยะการกระดกและเวลาในการเคลื่อนที่ ของฟิล์มบางสั้นลง จนเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยค่าหนึ่ง

การทดสอบแบบวัฎจักร 50,000 ครั้ง โดยการวัดระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ที่ 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาก่อนการให้สัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยม ช่วงเวลาหลังการให้สัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยม 25000 ครั้ง และช่วงเวลาหลังการให้สัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยม 50000 ครั้ง พบว่าความแตกต่างของ ระยะกระดกไม่เกิน 1 SD ถือว่าค่าใกล้เคียงกันมาก สรุปได้ว่าแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์มีช่วงชีวิต ทำงานได้อย่างน้อย 50000 ครั้ง

การทดสอบการป้องกันการรั่วไหลของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ สามารถป้องกันการรั่วไหลได้ โดยการให้แรงดันอากาศที่ 35 kPa ที่อัตราการไหล 0.5 ml/min แต่จะเกิดการรั่วไหลเมื่อทำการเพิ่ม อัตราการไหลเป็น 1 ml/min แต่ต้องระวังตอนประสานที่ฟิล์มบางมีโอกาสติดกับผนังของช่องทาง ไหลจุลภาค

7.2 ข้อแนะนำในการพัฒนา

หัวข้อข้อแนะนำในการพัฒนานี้ จะขอแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นที่สำคัญ คือ การปรับปรุง กระบวนการผลิต การออกแบบช่องทางไหลจุลภาคเพื่อป้องกันการรั่วไหลและการนำแอคชัวเอเตอร์ นิวเมติกส์ไปใช้งาน

7.2.1 การปรับปรุงกระบวนการผลิต

ปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ คือ คุณภาพจาก กระบวนการผลิต ซึ่งมีความจำเป็นต้องควบคุมค่าพารามิเตอร์ในการสร้างขึ้นงานในแต่ล่ะรอบการ ผลิตให้มีความใกล้เคียงกัน ควบคุมสภาพแวดล้อมในระหว่างการผลิตขึ้นงานและการเก็บรักษาสำหรับ การประสานชิ้นงานไม่ให้ฝุ่นและความชิ้นมาทำให้ผิวชิ้นงานสกปรก เพิ่มเวลาในการให้ประจุโคโรน่า ให้นานกว่าที่ทดลองในปัจจุบัน คือ ชิ้นล่ะ 2 นาที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ ในการทนแรงดันอากาศที่สูงกว่าค่าที่ทำการทดลอง

7.2.2 การออกแบบช่องทางไหลจุลภาคเพื่อป้องกันการรั่วไหล

การป้องกันการรั่วไหลของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นควรจะทำการ ออกแบบตำแหน่งของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ ให้ฟิล์มบางแนบสนิทกับช่องทางไหลจุลภาคเมื่อรับ แรงดันอากาศ ดังนั้นการออกแบบช่องทางไหลจุลภาคในช่วงแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ควรปรับให้เป็น ลักษณะครึ่งกลม [53] หรือการใช้โพลิเมอร์ไวต่อแสงในการทำซีลในส่วนที่ฟิล์มบางไม่สามารถปิด ช่องทางไหลได้ [46]

7.2.3 การนำแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ไปใช้งาน

แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างส่วนของห้องสับเปลี่ยน (รูปที่ 2.6) เพื่อทำการลดอัตราการไหลจากส่วนคัดแยกเซลล์[2]ก่อนส่งออกไปให้ส่วนเพาะเลี้ยงเซลล์[3] โดยการใช้ชุดแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ทำงานเป็นลำดับขั้น ตั้งแต่การเตรียมชิพ (รูปที่ 7.1) ซึ่งจะทำ การปล่อยให้ของเหลวสามารถไหลเข้ามาในชิพของไหลจุลภาคได้เพื่อเตรียมสำหรับการทดลอง ต่อมา เมื่อทำการคัดแยกเซลล์จากส่วนคัดแยกเซลล์ออกมาแล้ว เซลล์จะเคลื่อนที่เข้าไปที่ห้องสับเปลี่ยนโดย แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ด้านเอาท์เล็ท1 อินเล็ท2 และเอาท์เล็ท2 จะเปิดใช้งานเพื่อทำการการบรรจุ เซลล์ (รูปที่ 7.2) ก่อนที่จะเปิดแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ด้านอินเล็ท1 เพื่อทำการลดอัตราการไหล (รูป
ที่ 7.3) โดยการเปลี่ยนเส้นทางการไหลจากชุดอินเล็ท1 ที่มีอัตราการไหลสูงกว่าไปชุดอินเล็ท2 ที่มี อัตราการไหลต่ำกว่า ก่อนทำการการส่งเซลล์ออก () โดยการปิดแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ด้านอินเล็ท2 และเอาท์เล็ท2 เพื่อให้เซลล์ไหลไปสู่ส่วนดักจับเซลล์สำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์เดี่ยวต่อไป และการทำ ความสะอาดชิพ (รูปที่ 7.1) เมื่อเลิกใช้งานชิพของไหลจุลภาค



รูปที่ 7.1 การทำงานของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ในห้องสับเปลี่ยน ในขั้นตอนการเตรียมชิพและล้าง ทำความสะอาดชิพ

in	let 2		High F	Pressure	Vield -	B			
					State	Inlet 1	Outlet 1	Inlet 2	Outlet 2
	•			High Pressure	OFF	Normally Open	Normally Open	Normally Open	Normally Open
	•	0		ULI DNGKO	1	Normally Open	Active	Active	Active
inlet 1	•	0	۰	outlet 1	2	Active	Active	Active	Active
	[3	Active	Active	Normally Open	Normally Open
out	let 2		High F	Pressure					

รูปที่ 7.2 การทำงานของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ในห้องสับเปลี่ยน ในขั้นตอนการบรรจุเซลล์



State	Inlet 1	Outlet 1	Inlet 2	Outlet 2
OFF	Normally Open	Normally Open	Normally Open	Normally Open
1	Normally Open	Active	Active	Active
2	Active	Active	Active	Active
3	Active	Active	Normally Open	Normally Open

รูปที่ 7.3 การทำงานของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ในห้องสับเปลี่ยน ในขั้นตอนการลดอัตราการไหล



รูปที่ 7.4 การทำงานของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์ในห้องสับเปลี่ยน ในขั้นตอนการปล่อยเซลล์เข้าสู่ ส่วนเพาะเลี้ยงเซลล์

รายการอ้างอิง

- [1] A. Valizadeh and A. Y. Khosroushahi, "Single-cell analysis based on lab on a chip fluidic system," *Analytical Methods,* vol. 7, no. 20, pp. 8524-8533, 2015.
- [2] อรรถวุฒิ ถนอมศรีเดชชัย, "การคัดแยกเซลล์ด้วยขนาดโดยใช้ท่อจุลภาครูปร่างขดเกลียว,"
 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
- [3] เทวัญ ตงมณี, "การศึกษาเทคนิคหลุมขนาดจุลภาครูปทรงสามเหลี่ยมสำหรับการดักจับ อนุภาคขนาดจุลภาค," ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
- [4] D. Popa, *Microactuators*. 2014, pp. 1-6.
- [5] W. O. Kwang and H. A. Chong, "A review of microvalves," *Journal of Micromechanics and Microengineering*, vol. 16, no. 5, pp. R13-R39, 2006.
- [6] H. Y. Tan, W. K. Loke, and N.-T. Nguyen, "A reliable method for bonding polydimethylsiloxane (PDMS) to polymethylmethacrylate (PMMA) and its application in micropumps," *Sensors and Actuators B: Chemical*, vol. 151, no. 1, pp. 133-139, 11/26/ 2010.
- [7] C. Ohm and C. K. Ober, "From surface coatings to polymer nanofilms: lifting off polymer brushes," *RSC Advances,* vol. 3, no. 40, pp. 18482-18488, 2013.
- [8] J. M. Karlsson, H. Tommy, C. Carl Fredrik, H. Jonas, R. Aman, and W. Wouter van der, "Fabrication and transfer of fragile 3D PDMS microstructures," *Journal of Micromechanics and Microengineering*, vol. 22, no. 8, p. 085009, 2012.
- [9] L. Dong, M. Cornaglia, T. Lehnert, and M. A. M. Gijs, "Versatile size-dependent sorting of C. elegans nematodes and embryos using a tunable microfluidic filter structure," *Lab on a Chip,* vol. 16, no. 3, pp. 574-585, 2016.
- [10] S.-B. Huang, M.-H. Wu, and G.-B. Lee, "A tunable micro filter modulated by pneumatic pressure for cell separation," *Sensors and Actuators B: Chemical*, vol. 142, no. 1, pp. 389-399, 10/12/ 2009.
- [11] C. D. Chin, V. Linder, and S. K. Sia, "Lab-on-a-chip devices for global health: Past studies and future opportunities," *Lab on a Chip,* vol. 7, no. 1, pp. 41-57, 2007.

- [12] C. Dusny and A. Schmid, "Microfluidic single- cell analysis links boundary environments and individual microbial phenotypes," *Environmental Microbiology*, vol. 17, no. 6, pp. 1839-1856, 2015.
- [13] B. Harink, S. Le Gac, R. Truckenmuller, C. van Blitterswijk, and P. Habibovic,
 "Regeneration- on- a- chip? The perspectives on use of microfluidics in regenerative medicine," *Lab on a Chip,* vol. 13, no. 18, pp. 3512-3528, 2013.
- [14] A. K. Au, H. Lai, B. R. Utela, and A. Folch, "Microvalves and Micropumps for BioMEMS," *Micromachines,* vol. 2, no. 2, p. 179, 2011.
- [15] Y. Zheng, W. Dai, and H. Wu, "A screw-actuated pneumatic valve for portable, disposable microfluidics," *Lab on a Chip,* vol. 9, no. 3, pp. 469-472, 2009.
- [16] M.-E. Brett, S. Zhao, J. L. Stoia, and D. T. Eddington, "Controlling flow in microfluidic channels with a manually actuated pin valve," *Biomedical Microdevices*, journal article vol. 13, no. 4, pp. 633-639, August 01 2011.
- [17] C.-Y. Chen, C.-H. Chen, T.-Y. Tu, C.-M. Lin, and A. M. Wo, "Electrical isolation and characteristics of permanent magnet- actuated valves for PDMS microfluidics," *Lab on a Chip*, vol. 11, no. 4, pp. 733-737, 2011.
- [18] J. Casals-Terré et al., Design, fabrication and characterization of an externally actuated ON/OFF microvalve. 2008, pp. 600-606.
- K. Pitchaimani, B. C. Sapp, A. Winter, A. Gispanski, T. Nishida, and Z. Hugh Fan,
 "Manufacturable plastic microfluidic valves using thermal actuation," *Lab on a Chip*, vol. 9, no. 21, pp. 3082-3087, 2009.
- [20] K. Khoshmanesh, A. Almansouri, H. Albloushi, P. Yi, R. Soffe, and K. Kalantarzadeh, "A multi-functional bubble-based microfluidic system," Article vol. 5, p. 9942, 2015.
- [21] B. Yang and Q. Lin, "A latchable microvalve using phase change of paraffin wax," Sensors and Actuators A: Physical, vol. 134, no. 1, pp. 194-200, 2007/02/28/ 2007.
- [22] A. V. Desai, J. D. Tice, C. A. Apblett, and P. J. A. Kenis, "Design considerations for electrostatic microvalves with applications in poly(dimethylsiloxane)-based microfluidics," *Lab on a Chip*, vol. 12, no. 6, pp. 1078-1088, 2012.

- [23] J. D. Tice, T. A. Bassett, A. V. Desai, C. A. Apblett, and P. J. A. Kenis, "A monolithic poly(dimethylsiloxane) electrostatic actuator for controlling integrated pneumatic microsystems," *Sensors and Actuators A: Physical*, vol. 196, pp. 22-29, 2013/07/01/ 2013.
- [24] L. Gui and C. L. Ren, "Exploration and evaluation of embedded shape memory alloy (SMA) microvalves for high aspect ratio microchannels," *Sensors and Actuators A: Physical*, vol. 168, no. 1, pp. 155-161, 2011/07/01/ 2011.
- [25] S. Lesher-Perez, P. Weerappuli, S.-J. Kim, C. Zhang, and S. Takayama, "Predictable Duty Cycle Modulation through Coupled Pairing of Syringes with Microfluidic Oscillators," *Micromachines*, vol. 5, no. 4, p. 1254, 2014.
- [26] R. Gorkin *et al.*, "Centrifugal microfluidics for biomedical applications," *Lab on a Chip*, vol. 10, no. 14, pp. 1758-1773, 2010.
- [27] K. A. Addae-Mensah, Y. K. Cheung, V. Fekete, M. S. Rendely, and S. K. Sia, "Actuation of elastomeric microvalves in point-of-care settings using handheld, battery-powered instrumentation," *Lab on a Chip*, vol. 10, no. 12, pp. 1618-1622, 2010.
- [28] U. Pliquett, R. P. Joshi, V. Sridhara, and K. H. Schoenbach, "High electrical field effects on cell membranes," *Bioelectrochemistry*, vol. 70, no. 2, pp. 275-282, 2007/05/01/ 2007.
- [29] L. A. Sonna, J. Fujita, S. L. Gaffin, and C. M. Lilly, "Invited Review: Effects of heat and cold stress on mammalian gene expression," *Journal of Applied Physiology*, vol. 92, no. 4, pp. 1725-1742, 2002.
- [30] D. Irimia, "Pneumatic Valves," in *Encyclopedia of Microfluidics and Nanofluidics*,D. Li, Ed. Boston, MA: Springer US, 2013, pp. 1-4.
- [31] H. Kim and J. Kim, "A microfluidic-based dynamic microarray system with singlelayer pneumatic valves for immobilization and selective retrieval of single microbeads," *Microfluidics and Nanofluidics,* journal article vol. 16, no. 4, pp. 623-633, April 01 2014.
- [32] G. Shao *et al.*, "Design, fabrication and test of a pneumatically controlled, renewable, microfluidic bead trapping device for sequential injection analysis applications," *Analyst*, vol. 141, no. 1, pp. 206-215, 2016.

- [33] G. A. Cooksey, C. G. Sip, and A. Folch, "A multi-purpose microfluidic perfusion system with combinatorial choice of inputs, mixtures, gradient patterns, and flow rates," *Lab on a Chip,* vol. 9, no. 3, pp. 417-426, 2009.
- [34] B. Mosadegh *et al.*, "Control of soft machines using actuators operated by a Braille display," *Lab on a Chip,* vol. 14, no. 1, pp. 189-199, 2014.
- [35] D. H. Yoon, D. Wakui, A. Nakahara, T. Sekiguchi, and S. Shoji, "Selective droplet sampling using a minimum number of horizontal pneumatic actuators in a high aspect ratio and highly flexible PDMS device," *RSC Advances*, vol. 5, no. 3, pp. 2070-2074, 2015.
- [36] A. Jamshaid, M. Igaki, D. Yoon, T. Sekiguchi, and S. Shoji, "Controllable Active Micro Droplets Merging Device Using Horizontal Pneumatic Micro Valves," *Micromachines*, vol. 4, no. 1, pp. 34-48, 2013.
- [37] J.-H. Choi, S.-K. Lee, J.-M. Lim, S.-M. Yang, and G.-R. Yi, "Designed pneumatic valve actuators for controlled droplet breakup and generation," *Lab on a Chip,* vol. 10, no. 4, pp. 456-461, 2010.
- [38] C. K. Byun, K. Abi-Samra, Y.-K. Cho, and S. Takayama, "Pumps for microfluidic cell culture," *ELECTROPHORESIS,* vol. 35, no. 2-3, pp. 245-257, 2014.
- [39] E. Berthier, E. W. K. Young, and D. Beebe, "Engineers are from PDMS-land, Biologists are from Polystyrenia," *Lab on a Chip*, vol. 12, no. 7, pp. 1224-1237, 2012.
- [40] J. C. McDonald and G. M. Whitesides, "Poly(dimethylsiloxane) as a Material for Fabricating Microfluidic Devices," *Accounts of Chemical Research*, vol. 35, no. 7, pp. 491-499, 2002/07/01 2002.
- [41] K. Khanafer, A. Duprey, M. Schlicht, and R. Berguer, "Effects of strain rate, mixing ratio, and stress- strain definition on the mechanical behavior of the polydimethylsiloxane (PDMS) material as related to its biological applications," *Biomedical Microdevices*, journal article vol. 11, no. 2, p. 503, 2008.
- [42] I. D. Johnston, D. K. McCluskey, C. K. L. Tan, and M. C. Tracey, "Mechanical characterization of bulk Sylgard 184 for microfluidics and microengineering," *Journal of Micromechanics and Microengineering*, vol. 24, no. 3, p. 035017, 2014.

- [43] E. Sollier, C. Murray, P. Maoddi, and D. Di Carlo, "Rapid prototyping polymers for microfluidic devices and high pressure injections," *Lab on a Chip*, vol. 11, no. 22, pp. 3752-3765, 2011.
- [44] J. Wu and M. Gu, "Microfluidic sensing: state of the art fabrication and detection techniques," *Journal of Biomedical Optics*, vol. 16, no. 8, pp. 080901-080901-12, 2011.
- [45] G. Jenkins, "Rapid Prototyping of PDMS Devices Using SU-8 Lithography," in *Microfluidic Diagnostics: Methods and Protocols*, G. Jenkins and C. D. Mansfield, Eds. Totowa, NJ: Humana Press, 2013, pp. 153-168.
- [46] W. Park, S. Han, and S. Kwon, "Fabrication of membrane-type microvalves in rectangular microfluidic channels via seal photopolymerization," *Lab on a Chip,* vol. 10, no. 20, pp. 2814-2817, 2010.
- [47] H. Rodrigue, B. Bhandari, W. Wang, and S.-H. Ahn, "3D soft lithography: A fabrication process for thermocurable polymers," *Journal of Materials Processing Technology*, vol. 217, pp. 302-309, 2015/03/01/ 2015.
- [48] A. D. Mazzeo and D. E. Hardt, "Centrifugal Casting of Microfluidic Components With PDMS," *Journal of Micro and Nano-Manufacturing*, vol. 1, no. 2, pp. 021001-021001-8, 2013.
- [49] C. C. Glick *et al.*, "Rapid assembly of multilayer microfluidic structures via 3D-printed transfer molding and bonding," Article vol. 2, p. 16063, 11/21/online 2016.
- [50] R. Gu *et al.*, "Stretching-tunable metal gratings fabricated on an elastomeric substrate using a water-soluble sacrificial layer," *Applied Physics A,* journal article vol. 121, no. 2, pp. 335-341, November 01 2015.
- [51] V. Linder, B. D. Gates, D. Ryan, B. A. Parviz, and G. M. Whitesides, "Water-Soluble Sacrificial Layers for Surface Micromachining," *Small*, vol. 1, no. 7, pp. 730-736, 2005.
- [52] H. N. Chan, Y. Chen, Y. Shu, Y. Chen, Q. Tian, and H. Wu, "Direct, one-step molding of 3D-printed structures for convenient fabrication of truly 3D PDMS microfluidic chips," *Microfluidics and Nanofluidics,* journal article vol. 19, no. 1, pp. 9-18, July 01 2015.

- [53] M. Kaminaga, T. Ishida, and T. Omata, "Fabrication of Pneumatic Microvalve for Tall Microchannel Using Inclined Lithography," *Micromachines*, vol. 7, no. 12, p. 224, 2016.
- [54] K. Stephan *et al.*, "Fast prototyping using a dry film photoresist: microfabrication of soft- lithography masters for microfluidic structures," *Journal of Micromechanics and Microengineering*, vol. 17, no. 10, p. N69, 2007.
- [55] K.-I. Kamei et al., 3D printing of soft lithography mold for rapid production of polydimethylsiloxane- based microfluidic devices for cell stimulation with concentration gradients. 2015.
- [56] C. M. B. Ho, S. H. Ng, K. H. H. Li, and Y.-J. Yoon, "3D printed microfluidics for biological applications," *Lab on a Chip,* vol. 15, no. 18, pp. 3627-3637, 2015.
- [57] N. Bhattacharjee, A. Urrios, S. Kang, and A. Folch, "The upcoming 3D-printing revolution in microfluidics," *Lab on a Chip,* vol. 16, no. 10, pp. 1720-1742, 2016.
- [58] S. Wu, J. Serbin, and M. Gu, "Two-photon polymerisation for three-dimensional micro-fabrication," *Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry*, vol. 181, no. 1, pp. 1-11, 2006.
- [59] M. Leester-Schädel, T. Lorenz, F. Jürgens, and C. Richter, "Fabrication of Microfluidic Devices," in *Microsystems for Pharmatechnology: Manipulation of Fluids, Particles, Droplets, and Cells*, A. Dietzel, Ed. Cham: Springer International Publishing, 2016, pp. 23-57.
- [60] K. F. Lei, "Chapter 1 Materials and Fabrication Techniques for Nano- and Microfluidic Devices," in *Microfluidics in Detection Science: Lab-on-a-chip Technologies*: The Royal Society of Chemistry, 2015, pp. 1-28.
- [61] D. J. Guckenberger, E. Berthier, E. W. K. Young, and D. J. Beebe, "Induced hydrophobic recovery of oxygen plasma-treated surfaces," *Lab on a Chip,* vol. 12, no. 13, pp. 2317-2321, 2012.
- [62] A. E. Mark, A. J. Michael, and K. G. Bruce, "Determining the optimal PDMS–PDMS bonding technique for microfluidic devices," *Journal of Micromechanics and Microengineering*, vol. 18, no. 6, p. 067001, 2008.

- [63] C. f. Chen and K. Wharton, "Characterization and failure mode analyses of air plasma oxidized PDMS-PDMS bonding by peel testing," *RSC Advances*, vol. 7, no. 3, pp. 1286-1289, 2017.
- [64] K. Haubert, T. Drier, and D. Beebe, "PDMS bonding by means of a portable, lowcost corona system," *Lab on a Chip,* vol. 6, no. 12, pp. 1548-1549, 2006.
- [65] C. Yang, W. Wang, and Z. Li, "Optimization of corona-triggered PDMS-PDMS bonding method," in 2009 4th IEEE International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems, 2009, pp. 319-322.
- Y. W. Lu, P. T. Lin, and C. S. Pai, "Polydimethylsiloxane (PDMS) Bonding Strength Characterization by a Line Force Model in Blister Tests," in *TRANSDUCERS 2007 2007 International Solid- State Sensors, Actuators and Microsystems Conference*, 2007, pp. 2095-2098.
- [67] V. Sunkara, D.-K. Park, H. Hwang, R. Chantiwas, S. A. Soper, and Y.-K. Cho,
 " Simple room temperature bonding of thermoplastics and poly(dimethylsiloxane)," *Lab on a Chip*, vol. 11, no. 5, pp. 962-965, 2011.
- Y. Temiz, R. D. Lovchik, G. V. Kaigala, and E. Delamarche, "Lab-on-a-chip devices: How to close and plug the lab?," *Microelectronic Engineering*, vol. 132, pp. 156-175, 1/25/ 2015.
- [69] J. W. Hong, V. Studer, G. Hang, W. F. Anderson, and S. R. Quake, "A nanoliterscale nucleic acid processor with parallel architecture," *Nat Biotech*, vol. 22, no. 4, pp. 435-439, 2004. **GROUNDERSITY**
- [70] D.-H. Lee and J.-K. Park, "Reduction in microparticle adsorption using a lateral interconnection method in a PDMS- based microfluidic device," *ELECTROPHORESIS*, vol. 34, no. 22-23, pp. 3119-3125, 2013.
- [71] D. van Swaay, J.-P. Machler, C. Stanley, and A. deMello, "A chip-to-world connector with a built-in reservoir for simple small-volume sample injection," *Lab on a Chip,* vol. 14, no. 1, pp. 178-181, 2014.
- [72] A. Chen and T. Pan, "Fit-to-Flow (F2F) interconnects: Universal reversible adhesive-free microfluidic adaptors for lab-on-a-chip systems," *Lab on a Chip,* vol. 11, no. 4, pp. 727-732, 2011.

- [73] A. Scott, A. K. Au, E. Vinckenbosch, and A. Folch, "A microfluidic D-subminiature connector," *Lab on a Chip,* vol. 13, no. 11, pp. 2036-2039, 2013.
- [74] Z. Yang and R. Maeda, "Socket with built-in valves for the interconnection of microfluidic chips to macro constituents," *Journal of Chromatography A*, vol. 1013, no. 1, pp. 29-33, 2003.
- [75] E. Wilhelm, C. Neumann, T. Duttenhofer, L. Pires, and B. E. Rapp, "Connecting microfluidic chips using a chemically inert, reversible, multichannel chip-to-world-interface," *Lab on a Chip,* vol. 13, no. 22, pp. 4343-4351, 2013.
- [76] G. A. Cooksey, A. L. Plant, and J. Atencia, "A vacuum manifold for rapid world-to-chip connectivity of complex PDMS microdevices," *Lab on a Chip,* vol. 9, no. 9, pp. 1298-1300, 2009.
- [77] J. Atencia, G. A. Cooksey, A. Jahn, J. M. Zook, W. N. Vreeland, and L. E. Locascio,
 "Magnetic connectors for microfluidic applications," *Lab on a Chip*, vol. 10, no.
 2, pp. 246-249, 2010.
- [78] A. C. Glavan *et al.*, "Rapid fabrication of pressure-driven open-channel microfluidic devices in omniphobic RF paper," *Lab on a Chip*, vol. 13, no. 15, pp. 2922-2930, 2013.
- [79] E. Meng, S. Wu, and Y.-C. Tai, "Silicon couplers for microfluidic applications," *Fresenius' Journal of Analytical Chemistry*, journal article vol. 371, no. 2, pp. 270-275, September 01 2001.
- [80] V. P. Ashish and V. K. Mayuresh, "Novel microfluidic interconnectors for high temperature and pressure applications," *Journal of Micromechanics and Microengineering*, vol. 13, no. 2, p. 337, 2003.
- [81] E. R. Murphy, T. Inoue, H. R. Sahoo, N. Zaborenko, and K. F. Jensen, "Solderbased chip-to-tube and chip-to-chip packaging for microfluidic devices," *Lab on a Chip,* vol. 7, no. 10, pp. 1309-1314, 2007.
- [82] D. M. Hartmann, J. T. Nevill, K. I. Pettigrew, G. Votaw, P.-J. Kung, and H. C. Crenshaw, "A low-cost, manufacturable method for fabricating capillary and optical fiber interconnects for microfluidic devices," *Lab on a Chip,* vol. 8, no. 4, pp. 609-616, 2008.

- [83] H.-l. Chang *et al.*, "A highly reliable integrated PDMS interconnector with a long cast flange for microfluidic systems," *Microsystem Technologies*, journal article vol. 18, no. 6, pp. 723-730, June 01 2012.
- [84] A. Waldbaur, J. Kittelmann, C. P. Radtke, J. Hubbuch, and B. E. Rapp, "Microfluidics on liquid handling stations ([small mu]F-on-LHS): an industry compatible chip interface between microfluidics and automated liquid handling stations," *Lab on a Chip*, vol. 13, no. 12, pp. 2337-2343, 2013.
- [85] S. H. Ng, Z. F. Wang, and N. F. de Rooij, "Microfluidic connectors by ultrasonic welding," *Microelectronic Engineering*, vol. 86, no. 4, pp. 1354-1357, 2009/04/01/ 2009.
- [86] W.-I. Wu, K. N. Sask, J. L. Brash, and P. R. Selvaganapathy, "Polyurethane-based microfluidic devices for blood contacting applications," *Lab on a Chip*, vol. 12, no. 5, pp. 960-970, 2012.
- [87] O. H. Paydar, C. N. Paredes, Y. Hwang, J. Paz, N. B. Shah, and R. N. Candler, "Characterization of 3D-printed microfluidic chip interconnects with integrated O-rings," *Sensors and Actuators A: Physical*, vol. 205, pp. 199-203, 2014/01/01/ 2014.
- [88] M. B. Dentry, J. R. Friend, and L. Y. Yeo, "Continuous flow actuation between external reservoirs in small-scale devices driven by surface acoustic waves," *Lab on a Chip,* vol. 14, no. 4, pp. 750-758, 2014.
- [89] M. Rhee and M. A. Burns, "Microfluidic pneumatic logic circuits and digital pneumatic microprocessors for integrated microfluidic systems," *Lab on a Chip,* vol. 9, no. 21, pp. 3131-3143, 2009.
- [90] A. Singh, M. Shirolkar, M. V. Limaye, S. Gokhale, C. Khan-Malek, and S. K. Kulkarni, "A magnetic nano-composite soft polymeric membrane," *Microsystem Technologies,* journal article vol. 19, no. 3, pp. 409-418, March 01 2013.
- [91] H. Schlicke, C. J. Schroter, and T. Vossmeyer, "Electrostatically driven drumhead resonators based on freestanding membranes of cross- linked gold nanoparticles," *Nanoscale,* vol. 8, no. 35, pp. 15880-15887, 2016.

- [92] J. Koh, J. Kim, J. H. Shin, and W. Lee, Fabrication and integration of microprism mirrors for high-speed three-dimensional measurement in inertial microfluidic system. 2014, pp. 114103-114103.
- [93] C.-H. Chiou, T.-Y. Yeh, and J.-L. Lin, "Deformation Analysis of a Pneumatically-Activated Polydimethylsiloxane (PDMS) Membrane and Potential Micro-Pump Applications," *Micromachines*, vol. 6, no. 2, p. 216, 2015.
- [94] R. Danzl, F. Helmli, and S. Scherer, "Focus Variation a Robust Technology for High Resolution Optical 3D Surface Metrology," *Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering*, vol. 57, no. 3, pp. 245-256, 2011.
- [95] R. Leach, "Introduction to Surface Texture Measurement," in Optical Measurement of Surface Topography, R. Leach, Ed. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011, pp. 1-14.
- [96] J. Raja, B. Muralikrishnan, and S. Fu, "Recent advances in separation of roughness, waviness and form," *Precision Engineering*, vol. 26, no. 2, pp. 222-235, 2002/04/01/ 2002.
- [97] W. Kapłonek, K. Nadolny, and G. M. Królczyk, "The Use of Focus-Variation Microscopy for the Assessment of Active Surfaces of a New Generation of Coated Abrasive Tools," *Measurement Science Review*, vol. 16, no. 2, pp. pp. 42-53, 2016.

จุฬาลงกรณิมหาวิทยาลัย Chulalongkorn University



ภาคผนวก ก

การวัดความหยาบผิวแบบไม่สัมผัสผิว

การวัดความหยาบผิวแบบไม่สัมผัสผิว

การวัดความหยาบผิวแม่พิมพ์ เพื่อตรวจสอบความหยาบผิวที่มีผลต่อการเชื่อมประสาน ชิ้นงานซึ่งกรณีที่ค่าความหยาบผิวมีค่าน้อย จะทำให้พื้นที่สัมผัสระหว่างชั้นควบคุมและฟิล์มบางใน ตอนเชื่อมประสานมีมากขึ้นซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความแข็งแรงของการเชื่อมประสานชิ้นงาน

สภาพผิวของขึ้นงานโดยปกติเมื่อทำการพิจารณาจะพบโปรไฟล์ของพื้นผิวที่มีความหยาบผิว อยู่ในโปรไฟล์ ดังรูปที่ ก.1 ซึ่งเราต้องทำการกรองโปรไฟล์ของขึ้นงานออกก่อนถึงจะได้ความหยาบผิว ที่แท้จริงของขึ้นงาน ซึ่งเทคนิคการวัดสามารถจำแนกออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ (1) ISO 25178 part 6 (2010) ซึ่งแบ่งตามประเภทการวัด เช่น แบบกราฟเชิงเส้น (Line Profiling) แบบพื้นที่ (Areal Topography) และแบบประยุกต์ (Area-Integrating) [95] (2) แบ่งตามหลักการทำงานของ อุปกรณ์วัดความหยาบผิว ซึ่งทำการวัดด้วยแสง (Optic Method) และวัดแบบสัมผัส (Contact / Pseudo-Contact Method)

การวัดความหยาบผิวที่ดีและไม่ทำลายอันตรายชิ้นงาน ควรเลือกพิจารณาการวัดแบบพื้นที่ ด้วยการวัดแสง ซึ่งทำให้การวัดชิ้นงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้กรณีวัดแบบสัมผัส (Contact / Pseudo-Contact Method) เป็นการวัดโดยใช้หัววัดเข้าใกล้ชิ้นงานทั้งแบบสัมผัส กับแบบใช้แรง จากอะตอม ในกรณีการวัดด้วยแสง การวัดแบบ Interferometry ยากต่อการตีความหมาย ต้องให้ผู้ ที่ชำนาญมาทำการวัด ในขณะที่การวัดแบบแพทเทิร์นพื้นที่ (structured light projection) เหมาะ สำหรับการแสกนชิ้นงานสามมิติ การวัดความหยาบผิวด้วยวิธีการโฟกัส (Focus Detection Method) เป็นวิธีการที่มีความเหมาะสม โดยหลักการทำงานของวิธีการโฟกัส ด้วยการหาพื้นที่ที่ ต้องการวัดโดยการปรับโฟกัสให้เห็นภาพแล้วทำการหาความหยาบผิวต่อไป

ความหยาบผิว (Roughness Profile) โดยปกติจะรวมอยู่กับแนวผิวชิ้นงาน (Waviness Profile) เป็นผิววจริง ซึ่งสำหรับงานขนาดเล็กเราจะพิจารณาความหยาบผิวโดยการตัดผลของแนว ผิวชิ้นงาน (Waviness Profile) ออกดังรูปที่ ก.1



รูปที่ ก.1 โปรไฟล์ชิ้นงานที่มีความหยาบผิว [96]

เครื่องวัดความหยาบผิวแบบไม่สัมผัสผิว (Alicona- InfiniteFocusSL) (รูปที่ ก.2) เป็น เครื่องมือที่สามารถวัดความหยาบผิวแบบไม่สัมผัสในระยะสามมิติ โดยใช้หลักการการปรับค่าระยะ โฟกัส (Focus Variation) ซึ่งสามารถใช้วัดความหยาบผิวชิ้นงานได้โดยที่ไม่ทำลายสภาพผิว ไม่ต้อง เปลืองวัสดุอุปกรณ์ในการบำรุงรักษา และยังหลีกเลี่ยงปัญหาจากข้อจำกัดการวัด เช่น smoothing effect [94] โดยหลักการทำงาน คือ การหาช่วงระยะโฟกัส (Depth of Focus) ในช่วงการหลุดระยะ โฟกัสทั้งตำแหน่งบน (Upper position) และตำแหน่งล่าง (Lower position) เพื่อทำการหาค่าความ หยาบผิว เรียกว่าวิธีการปรับค่าระยะโฟกัส (Focus Variation) เป็นวิธีที่สามารถวัดความหยาบผิวทั้ง พื้นที่และสีพื้นผิวที่แท้จริงได้ สามารถวัดได้ที่ค่าความละเอียดสูง (high resolution) สามารถวัดค่า ทวนซ้ำได้ (high repeatability) และวัดค่าได้อย่างรวดเร็ว [97] โดยเครื่องมือนี้ตั้งอยู่ที่ศูนย์ทันตวัสดุ ศาสตร์ ที่คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ ก.2 เครื่องวัดความหยาบผิวแบบไม่สัมผัสผิว (Alicona- InfiniteFocusSL)

เครื่องวัดความหยาบผิวแบบไม่สัมผัสผิวรุ่นนี้ จะมีเลนส์ที่มีกำลังขยาย 2 ขนาดไว้ให้บริการ คือ ขนาด 10X และ 50X ซึ่งคุณสมบัติของเลนส์ทั้ง 2 อยู่ใน

ตารางที่ ก.1 ค่าพารามิเตอร์ของเลนส์ใกล้วัตถุ 10X และ 50X

กำลังขยายวัตถุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	10X	50X
ความสามารถของเลนส์ใกล้วัตถุ (Numerical Aperture)	0.3	0.6
ระยะทำงาน (Working Distance)	17.5 mm.	10.1 mm.
ค่าความละเอียดในแนวดิ่ง (Vertical Resolution)	100 nm.	20 nm.
ค่าความสูงต่ำสุดที่สามารถวัดได้ (Min. Measurable Height)	100 nm.	20 nm.
ค่าความสูงสูงสุดที่สามารถวัดได้ (Max. Measurable Height)	16 mm.	9 mm.
ค่าความหยาบผิวต่ำสุดที่วัดได้(Min. Measurable Roughness-Ra)	0.3 µm.	0.08 µm.
พื้นที่การวัดต่อจุด (Measurement Area in point)	2X2	0.4X0.4

การเลือกเลนส์จะต้องทำการตรวจสอบเลนส์กับค่าความหยาบผิวที่สามารถใช้วัดชิ้นงานที่ ต้องการได้ ซึ่งจะต้องทำการเลือกเลนส์ และทำการลาก profile Length ที่ผิวให้ได้ความยาวที่ ต้องการโดยพิจารณาค่า Ra ว่าตกในช่วงดังกล่าวหรือไม่ หากตกในช่วงดังกล่าวให้ทำการเลือกค่านั้น เป็นค่าหลักในการวัด โดยการเลือกระยะ Cut Off Length (Lc) กับช่วงค่าความหยาบผิว และระยะ การลากโปรไฟล์วัดค่าตาม ISO 4288-1996 จะเป็นดังตารางที่ ก.2

ตารางที่ ก.2 การเลือกใช้ระยะ	Cut Off Length (Lc)	กับช่วงค่าความหยาบผิว	และระยะการลาก
โปรไฟล์วัดค่าตาม ISO 4288-199	96		

Ra range	Lc	Profile Length
0-0.02 µm	80 µm	0.4 mm
0.01-0.1 µm	250 µm	1.25 mm
0.1-2 µm 🥏	800 µm	4 mm
2-10 µm	2500 µm	12.5 mm
10-80 µm 🕖	8000 µm	40 mm

จากการทดสอบพบว่า เลนส์กำลังขยาย 10X ค่า Lc = 800 µm และ Profile Length = 4 mm คือ ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการวัดแม่พิมพ์

ขั้นตอนการวัดค่าแม่พิมพ์ จหาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- 1. ทำการเปิดโปรแกรม และวางชิ้นงานตรงตำแหน่งเลนส์ขยายกำลัง
- เลือกค่าเลนส์กำลังขยาย 10X และทำการกดปุ่ม Reset Measurement Setting เพื่อทำ การเคลียร์ค่า
- 3. กดปุ่ม Focusing Help จะทำให้มีเลเซอร์ในการเลือกจุดที่ต้องการวัดบนชิ้นงาน
- ทำการเลื่อนกล้องลงในแนวดิ่ง ซึ่งควรให้เลนส์อยู่ห่างจากตำแหน่งผิวประมาณ 16 mm. เมื่อ ใกล้แล้วให้ทำการปรับละเอียดโดยการใช้เมาส์สามมิติในการกดปุ่มลูกบิดลง โดยทำการกด เลข 1 ก่อนกดปุ่มลูกบิด (เลข 1-4 คือความเร็วในเคลื่อนที่ โดยเลข 1 จะมีความเร็วต่ำสุด) ให้จุดเลเซอร์รวมเป็นจุดเดียวกัน
- 5. กดปุ่ม Focusing Help เพื่อกลับมาให้เห็นภาพผิวชิ้นงาน
- 6. กด Automatic Brightness

- กดปุ่มลูกบิดลง ให้ภาพพื้นผิวหลุดออกจากระยะโฟกัสโดยการเลื่อนกล้องเข้าใกล้ชิ้นงานและ บันทึกค่า
- ดึงปุ่มลูกบิดขึ้น ให้ภาพพื้นผิวหลุดออกจากระยะโฟกัสโดยการเลื่อนกล้องออกจากชิ้นงาน และบันทึกค่า
- 9. กดปุ่ม Start Measurement เพื่อทำการบันทึกภาพ

ภาพที่ได้จากขั้นตอนนี้จะเป็นภาพสภาพผิวจริงที่ยังไม่ได้ทำการกรองโปรไฟล์ของชิ้นงานออก คำแนะนำในการทำงานคือ ให้ทำการตั้งค่ากล้องก่อนและทำการบันทึกภาพทุกจุดที่ต้องการวัดก่อนที่ จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป เพราะพื้นผิวของแม่พิมพ์ที่ต้องการวัดมีความสูงเท่ากันจึงไม่จำเป็นต้องทำการ ปรับค่าใหม่ โดยการบันทึกภาพชิ้นงานแม่พิมพ์นี้ 2 จุดดังรูปที่ ก.3



หลังจากบันทึกภาพทุกจุดแล้ว จำเป็นต้องกรองภาพออกให้เหลือแต่ผลของความหยาบผิว โดยการตัดผลของโปรไฟล์ออก การวัดความหยาบผิวมีอยุ่ 2 รูปแบบ คือ การวัดความหยาบผิวแบบ ทั้งชิ้นงานซึ่งเป็นวิธีที่ใช้เวลานาน อีกวิธีหนึ่งคือการวัดเป็นจุดซึ่งสามารถใช้วัดความหยาบผิวได้เช่นกัน ถือว่าเป็นวิธีที่เร็วและสะดวกกว่า ดังนั้นในขั้นตอนการกรองภาพให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ดังรูปที่ ก. 4 และรูปที่ ก.5

- 1. Double Click ที่ภาพที่ต้องการกรอง
- 2. กดเลือก Form Removal



รูปที่ ก.4 (ซ้าย) ภาพพื้นผิวที่ยังไม่ได้ผ่านการกรองเทียบ (ขวา) ภาพพื้นผิวที่ผ่านการกรองแล้ว



รูปที่ ก.5 (ซ้าย) ภาพพื้นผิวจริงที่ยังไม่ได้ผ่านการกรองเทียบ (ขวา) ภาพพื้นผิวจริงที่ผ่านการกรองแล้ว

การกรองผิวจะทำให้เราสามารถวัดค่าความหยาบผิวได้ ขั้นตอนต่อไปคือการลากเส้นเพื่อใช้ ในการวัดค่าความหยาบผิว โดยใน 1 ภาพนี้ สามารถวัดได้หลายค่า ซึ่งในการวัดที่ดีควรมีการวัดค่าซ้ำ ดังนั้นควรวัดค่าความหยาบผิวอย่างน้อย 3 ครั้งต่อภาพ โดยในการวัดแต่ล่ะครั้งให้ลากเส้นที่ต้องการ วัดให้ได้ 4 mm. โดยให้หลบบริเวณที่เป็นหลุม เพื่อลดความผิดพลาดจากการวัด แล้วนำค่าความ หยาบผิวมาหาค่าเฉลี่ย ดังรูปที่ ก.6



รูปที่ ก.6 (ซ้าย) ภาพพื้นผิวที่ผ่านการกรองที่ต้องลากเส้นโปรไฟล์ 3 ครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ย (ขวา) ภาพ พื้นผิวจริงที่ผ่านการกรองที่ต้องลากเส้นโปรไฟล์ 3 ครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ย





ตารางที่ ก.3 ตารางบันทึกภาพและการวัดค่าความหยาบผิวของแม่พิมพ์ที่ 1 จุด A



ตารางที่ ก.4 ตารางบันทึกภาพและการวัดค่าความหยาบผิวของแม่พิมพ์ที่ 1 จุด B



ตารางที่ ก.5 ตารางบันทึกภาพและการวัดค่าความหยาบผิวของแม่พิมพ์ที่ 2 จุด A



ตารางที่ ก.6 ตารางบันทึกภาพและการวัดค่าความหยาบผิวของแม่พิมพ์ที่ 2 จุด B



ตารางที่ ก.7 ตารางบันทึกภาพและการวัดค่าความหยาบผิวของแม่พิมพ์ที่ 3 จุด A



ตารางที่ ก.8 ตารางบันทึกภาพและการวัดค่าความหยาบผิวของแม่พิมพ์ที่ 3 จุด B



ตารางที่ ก.9 ตารางบันทึกภาพและการวัดค่าความหยาบผิวของแม่พิมพ์ที่ 4 จุด A



ตารางที่ ก.10 ตารางบันทึกภาพและการวัดค่าความหยาบผิวของแม่พิมพ์ที่ 4 จุด B

ภาคผนวก ข

้ค่าระยะกระดกตัวของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์

ภาคผนวก ข เป็นการรวบรวมผลการทดลองการวัดระยะกระดกตัวของแอคชัวเอเตอร์สนิวเม ติกส์ 3 ขนาด คือ ขนาด 1500 µm, ขนาด 2000 µm และขนาด 2500 µm ตามลำดับ โดยทำการ ทดลองที่แรงดันอากาศ 5 ค่า คือ 0, 15, 20, 25, 27 kPa โดยทำการทดลองชิ้นงานทั้งหมด 5 ชิ้น โดยผลการทดลองในตารางที่ ข.1 ถึงตารางที่ ข.18 จะเป็นการบันทึกค่าระยะกระดกตัวของชิ้นงาน ทดสอบที่ 1 ถึงชิ้นงานทดสอบที่ 5 โดยจะมีชิ้นงานทดสอบชิ้นที่ 3 ทำการทดลองซ้ำ 2 รอบ เพื่อทำ การวัดผลความแตกต่างของระยะกระดกตัวแอคชัวเอเตอร์สนิวเมติกส์

ตารางที่ ข.19 ถึงตารางที่ ข.**21** เป็นการบันทึกค่าระยะกระดกเฉลี่ยของแอคชัวเอเตอร์นิวเม ติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัสของชิ้นงานทดสอบที่ 1-5 โดยแยก 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาก่อนการให้สัญญาณ คลื่นสี่เหลี่ยม (การวัดแบบขั้นบันไดครั้งที่ 1) ช่วงเวลาหลังการให้สัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยม 25000 ครั้ง (การวัดแบบขั้นบันไดครั้งที่ 2) และช่วงเวลาหลังการให้สัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยม 50000 ครั้ง (การวัด แบบขั้นบันไดครั้งที่ 3)

ตารางที่ ข.22 ถึงตารางที่ ข.24 จะทำการวิเคราะห์ผลระยะกระดกเฉลี่ยของแอคซัวเอเตอร์ นิวเมติกส์ ที่เกิดจากการใช้งานในช่วงเวลาต่างๆ ของชิ้นงานทดสอบที่ 1-5 เพื่อทดสอบวัฏจักรในแต่ ละช่วงแรงดันอากาศที่ 15, 20, 25, 27 kPa ตามลำดับ

ตารางที่ ข.25 ถึงตารางที่ ข. 27 จะเป็นการวิเคราะห์ผลระยะกระดกเฉลี่ยของแอคซัวเอเตอร์ นิวเมติกส์ที่เกิดจากการสร้างชิ้นงานของชิ้นงานทดสอบ 1-5 โดยการรวมผลการทำซ้ำระยะกระดกตัว ของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์ เพื่อดูความแตกต่างของระยะกระดกที่เกิดขึ้นในแต่ล่ะชิ้นงานทดสอบ

GHULALONGKORN UNIVERSITY

แอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1500 µm ของชิ้นงานที่ 1							
การวัด ระยะ กระดก	แรงดันอากาศ (kPa)	วัดครั้งที่ 1 (µm)	วัดครั้งที่ 2 (µm)	วัดครั้งที่ 3 (µm)	ค่าเฉลี่ย (µm)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตราฐาน (µm)	
	15	165	157	159	160	4	
1	20	195	197	189	193	4	
ารั <mark>ง</mark> ที่	25	204	203	201	203	2	
บันไดค	27	229	221	235	228	7	
บขั้นา	25	215	212	212	213	2	
າແ	20	199	207	205	204	4	
	15	161	161	173	165	7	
	15	179	179	181	180	1	
2	20	201	201	207	203	3	
ู ดรังที่	25	226	219	232	226	7	
บันไดเ	27	240	230	255	242	12	
บขั้น	25	218	214	221	217	3	
۱۱	20	205	206	203	205	2	
	15	186	170	181	179	8	
	15	168	175	167	170	4	
3	20	184	206	206	199	13	
ครั้งที่	25	232	230	224	229	4	
บันโดเ	27	240	223	244	236	11	
าบขึ้น'	25	237	222	218	226	10	
าแ	20	194	195	204	198	6	
	15	168	170	165	168	3	

ตารางที่ ข.1 ตารางบันทึกระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1500 µm ของชิ้นงานที่ 1

แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2000 µm ของชิ้นงานที่ 1							
การวัด ระยะ กระดก	แรงดันอากาศ (kPa)	วัดครั้งที่ 1 (µm)	วัดครั้งที่ 2 (µm)	วัดครั้งที่ 3 (µm)	ค่าเฉลี่ย (µm)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตราฐาน (µm)	
	15	299	303	284	295	10	
1	20	341	339	346	342	3	
ดรังที่	25	368	367	363	366	2	
บันไดค	27	387	373	367	375	10	
บขั้นา	25	364	366	355	362	6	
۱۱	20	339	319	336	331	11	
	15	285	302	291	293	9	
	15	269	291	271	277	12	
2	20	310	290	292	297	11	
ดรังที่	25	361	340	361	354	12	
บันไดเ	27	351	367	341	353	13	
บขั้น	25	335	330	343	336	7	
ll1	20	320	308	326	318	9	
	15	261	268	260	263	5	
	15	232	255	258	248	14	
3	20	311	297	284	297	14	
ครั้งที่	25	361	355	346	354	8	
บันได	27	375	358	366	366	9	
าบขึ้น	25	341	351	352	348	6	
ເພ	20	314	284	292	296	15	
	15	258	256	258	257	1	

ตารางที่ ข.**2** ตารางบันทึกระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2000 µm ของชิ้นงานที่ 1

แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2500 µm ของชิ้นงานที่ 1							
การวัด ระยะ กระดก	แรงดันอากาศ (kPa)	วัดครั้งที่ 1 (µm)	วัดครั้งที่ 2 (µm)	วัดครั้งที่ 3 (µm)	ค่าเฉลี่ย (µm)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตราฐาน (µm)	
	15	412	387	387	395	14	
1	20	431	435	430	432	2	
เร็งที่	25	491	473	483	482	9	
บันไดค	27	492	510	508	503	10	
บขั้นา	25	494	483	477	485	9	
າແ	20	403	425	407	412	12	
	15	358	368	347	358	11	
	15	305	326	305	312	12	
2	20	346	387	374	369	21	
ดรังที่	25	488	451	464	468	19	
บันไดเ	27	490	475	485	483	8	
บขั้น	25	445	440	459	448	10	
ll1	20	373	378	387	379	7	
	15	313	326	304	314	11	
	15	346	348	346	347	1	
3	20	385	366	361	371	12	
ครั้งที่	25	477	470	488	479	9	
บันได	27	489	481	509	493	14	
าบขึ้น	25	468	480	496	481	14	
າມ	20	373	366	387	375	10	
	15	348	352	305	335	26	

ตารางที่ ข.**3** ตารางบันทึกระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2500 µm ของชิ้นงานที่ 1

แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1500 µm ของชิ้นงานที่ 2							
การวัด ระยะ กระดก	แรงดันอากาศ (kPa)	วัดครั้งที่ 1 (µm)	วัดครั้งที่ 2 (µm)	วัดครั้งที่ 3 (µm)	ค่าเฉลี่ย (µm)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตราฐาน (µm)	
	15	180	166	149	165	16	
1	20	194	181	177	184	9	
เร็งที่	25	108	204	197	170	53	
บันไดค	27	216	234	225	225	9	
บขั้นา	25	205	209	210	208	3	
າແ	20	194	284	172	216	59	
	15	173	152	152	159	12	
	15	158	162	150	157	6	
2	20	189	191	181	187	5	
ดรังที่	25	211	213	214	213	1	
บันไดเ	27	222	229	225	225	4	
บขั้น	25	201	209	212	207	5	
۱۱	20	182	193	178	185	8	
	15	158	158	164	160	4	
	15	146	152	139	146	7	
3	20	183	176	173	177	5	
ครั้งที่	25	209	208	202	206	4	
บันโดเ	27	227	213	216	219	8	
าบขั้น(25	219	200	205	208	10	
ູງເມ	20	180	177	174	177	3	
	15	151	158	142	150	8	

ตารางที่ ข.4 ตารางบันทึกระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1500 µm ของชิ้นงานที่ 2

แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2000 µm ของชิ้นงานที่ 2							
การวัด ระยะ กระดก	แรงดันอากาศ (kPa)	วัดครั้งที่ 1 (µm)	วัดครั้งที่ 2 (µm)	วัดครั้งที่ 3 (µm)	ค่าเฉลี่ย (µm)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตราฐาน (µm)	
	15	237	228	225	230	6	
1	20	312	278	267	286	23	
ู ดรังที่	25	343	335	333	337	6	
บันไดด	27	367	352	361	360	8	
บขั้นา	25	336	329	341	335	6	
۱۱	20	_306	280	280	289	15	
	15	234	228	231	231	3	
	15	226	224	234	228	5	
2	20	317	310	293	307	13	
ื ดรังที่	25	357	349	351	352	4	
บันไดเ	27	398	371	380	383	14	
บขั้น	25	354	345	329	342	13	
าแ	20	310	321	307	313	7	
	15	241	222	231	232	10	
	15	221	219	225	221	3	
3	20	310	278	271	286	21	
ครั้งที่	25	353	330	355	346	14	
บันโดเ	27	394	379	360	378	17	
าบขึ้น	25	345	356	340	347	8	
เท	20	306	292	258	285	24	
	15	229	241	213	227	14	

ตารางที่ ข.5 ตารางบันทึกระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2000 µm ของชิ้นงานที่ 2

แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2500 µm ของชิ้นงานที่ 2							
การวัด ระยะ กระดก	แรงดันอากาศ (kPa)	วัดครั้งที่ 1 (µm)	วัดครั้งที่ 2 (µm)	วัดครั้งที่ 3 (µm)	ค่าเฉลี่ย (µm)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตราฐาน (µm)	
	15	398	395	385	393	7	
1	20	468	470	488	475	11	
ารั <mark>งที่</mark>	25	518	513	512	514	3	
บันไดค	27	530	533	529	531	2	
บขั้นา	25	522	524	511	519	7	
າແ	20	470	469	483	474	8	
	15	412	395	389	399	12	
	15	388	393	405	395	9	
2	20	488	471	483	481	9	
ดรังที่	25	537	546	534	539	7	
บันไดเ	27	562	559	576	566	9	
บขั้น	25	519	549	547	538	17	
۱۱	20	498	515	474	496	20	
	15	395	390	421	402	16	
	15	397	408	393	399	8	
3	20	468	455	443	455	12	
ครั้งที่	25	534	544	535	538	5	
บันได	27	557	555	541	551	9	
าบขึ้น	25	545	546	531	541	8	
ເພ	20	520	459	461	480	34	
	15	397	413	395	402	10	

ตารางที่ ข.6 ตารางบันทึกระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2500 µm ของชิ้นงานที่ 2

แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1500 µm ของชิ้นงานที่ 3 ทดลองครั้งที่ 1							
การวัด ระยะ กระดก	แรงดันอากาศ (kPa)	วัดครั้งที่ 1 (µm)	วัดครั้งที่ 2 (µm)	วัดครั้งที่ 3 (µm)	ค่าเฉลี่ย (µm)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตราฐาน (µm)	
1	15	187	199	182	189	9	
	20	222	225	214	220	6	
เร็งที่	25	262	254	246	254	8	
บันไดค	27	261	256	251	256	5	
บขั้นา	25	238	253	244	245	8	
າແ	20	242	228	231	233	7	
	15	153	197	189	180	23	
	15	192	173	186	184	10	
2	20	225	220	219	221	3	
ครั้งที่	25	257	252	245	251	6	
บันโดเ	27	261	258	267	262	4	
าบขั้น	25	255	231	229	239	14	
าแ	20	234	205	215	218	15	
	15	186	180	177	181	5	
	15	169	176	175	173	3	
3	20	227	225	210	221	10	
ครั้งที่	25	256	264	266	262	5	
บันโดเ	27	257	271	280	269	12	
าบขั้น	25	242	249	253	248	6	
111	20	235	229	224	229	6	
	15	176	175	160	170	8	

ตารางที่ ข.**7** ตารางบันทึกระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1500 µm ของชิ้นงานที่ 3 ทดลองครั้งที่ 1
แอค	แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2000 µm ของชิ้นงานที่ 3 ทดลองครั้งที่ 1								
การวัด ระยะ กระดก	แรงดันอากาศ (kPa)	วัดครั้งที่ 1 (µm)	วัดครั้งที่ 2 (µm)	วัดครั้งที่ 3 (µm)	ค่าเฉลี่ย (µm)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตราฐาน (µm)			
	15	258	281	294	278	18			
1	20	322	316	318	319	3			
รังที	25	363	353	355	357	5			
บันโดค	27	382	350	394	375	23			
າບຈັ່ນາ	25	399	370	360	376	20			
ູງແ	20	326	312	302	313	12			
	15	260	287	297 281		19			
	15	250	254	262	255	6			
7	20	321	334	332	329	7			
ครั้งที	25	353	358	373	361	10			
บันไดเ	27	354	370	367	364	8			
ງບູ້ນູ	25	349	371	379	366	16			
ງແ	20	329	332	317	326	8			
	15	275	258	275	269	10			
	15	253	261	258	257	4			
ŝ	20	332	321	324	326	6			
ครั้งท	25	350	366	370	362	10			
บันโดเ	27	375	367	362	368	6			
ງບູ້ນູ	25	354	364	364	361	5			
ູເມ	20	340	310	330	327	15			
	15	268	246	290	268	22			

ตารางที่ ข.8 ตารางบันทึกระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2000 µm ของชิ้นงานที่ 3 ทดลองครั้งที่ 1

แอค	แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2500 µm ของชิ้นงานที่ 3 ทดลองครั้งที่ 1								
การวัด ระยะ กระดก	แรงดันอากาศ (kPa)	วัดครั้งที่ 1 (µm)	วัดครั้งที่ 2 (µm)	วัดครั้งที่ 3 (µm)	ค่าเฉลี่ย (µm)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตราฐาน (µm)			
	15	343	345	343	343	1			
1	20	463	447	429	446	17			
ารังที่	25	484	483	481	483	1			
บันไดค	27	533	501	513	516	16			
บขั้นเ	25	483	479	486	483	3			
ll'	20	456	432	425	438	16			
	15	354	351	337	347	9			
	15	356	352	355	354	2			
2	20	411	455	443	436	23			
ครั้งที่	25	466	488	490	481	13			
บันโดเ	27	505	508	518	511	7			
บขั้น	25	471	489	486	482	10			
lul	20	438	439	437	438	1			
	15	364	338	346	350	13			
	15	329	356	335	340	14			
3	20	447	429	416	431	16			
ครั้งที่	25	481	473	467	474	7			
บันโดเ	27	518	514	515	515	2			
าบขึ้น	25	467	497	483	482	15			
าแ	20	445	432	447	441	8			
	15	348	310	356	338	24			

ตารางที่ ข.**9** ตารางบันทึกระยะกระดกของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2500 µm ของชิ้นงานที่ 3 ทดลองครั้งที่ 1

แอค	แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1500 µm ของชิ้นงานที่ 3 ทดลองครั้งที่ 2								
การวัด ระยะ กระดก	แรงดันอากาศ (kPa)	วัดครั้งที่ 1 (µm)	วัดครั้งที่ 2 (µm)	วัดครั้งที่ 3 (µm)	ค่าเฉลี่ย (µm)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตราฐาน (µm)			
	15	153	164	180	166	14			
1	20	214	215	222	217	4			
ารั <mark>งที่</mark>	25	221	238	227	229	9			
บันไดค	27	247	268	243	253	13			
บขั้นา	25	223	240	214	226	13			
۱۱	20	208	214	206	209	4			
	15	153	154	177 161		13			
	15	158	204	183	182	23			
2	20	197	213	226	212	15			
ครั้งที่	25	233	221	241	232	10			
บันไดเ	27	240	257	257	251	10			
บขั้น	25	223	238	237	233	8			
lu ^l	20	198	213	218	210	11			
	15	163	176	188	176	13			
	15	148	144	157	150	7			
3	20	202	208	208	206	3			
ครั้งที่	25	232	241	235	236	5			
บันโดเ	27	236	248	256	247	10			
าบขั้น'	25	232	232	228	231	2			
เท	20	197	209	199	202	6			
	15	183	183	175	180	4			

ตารางที่ ข.**10** ตารางบันทึกระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1500 µm ของชิ้นงานที่ 3 ทดลองครั้งที่ 2

แอค	แอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2000 µm ของชิ้นงานที่ 3 ทดลองครั้งที่ 2								
การวัด ระยะ กระดก	แรงดันอากาศ (kPa)	วัดครั้งที่ 1 (µm)	วัดครั้งที่ 2 (µm)	วัดครั้งที่ 3 (µm)	ค่าเฉลี่ย (µm)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตราฐาน (µm)			
	15	211	225	253	230	21			
1	20	329	322	315	322	7			
เร็าที่	25	347	395	353	365	26			
บันไดค	27	386	415	391	397	15			
บขั้นา	25	356	393	335	361	29			
າແ	20	325	318	316	320	5			
	15	254	242	271 255		14			
	15	220	261	260	247	24			
2	20	317	328	313	319	8			
ครั้งที่	25	356	383	373	371	14			
บันไดเ	27	400	399	399	399	1			
บขั้น	25	379	387	359	375	15			
lu ¹	20	331	339	328	332	6			
	15	266	285	267	273	11			
	15	228	239	213	227	13			
3	20	323	326	313	321	7			
ครั้งที่	25	340	374	344	353	18			
บันโดเ	27	387	407	370	388	18			
าบขึ้น	25	378	384	336	366	26			
าแ	20	313	320	311	315	5			
	15	273	292	270	278	12			

ตารางที่ ข.11 ตารางบันทึกระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2000 µm ของชิ้นงานที่ 3 ทดลองครั้งที่ 2

แอค	แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2500 µm ของชิ้นงานที่ 3 ทดลองครั้งที่ 2								
การวัด ระยะ กระดก	แรงดันอากาศ (kPa)	วัดครั้งที่ 1 (µm)	วัดครั้งที่ 2 (µm)	วัดครั้งที่ 3 (µm)	ค่าเฉลี่ย (µm)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตราฐาน (µm)			
	15	322	333	347	334	12			
-	20	416	418	433	423	9			
ารังที่	25	469	492	460	474	17			
บันไดค	27	487	532	504	508	23			
บขั้นา	25	472	493	489	485	11			
າແ	20	416	444	439	433	15			
	15	363	322	303	329	31			
	15	300	334	304	313	19			
2	20	440	438	446	441	4			
ครั้งที่	25	478	479	460	472	11			
บันโดเ	27	527	522	515	521	6			
บขั้น	25	472	492	495	486	12			
lu ^l	20	450	432	453	445	11			
	15	313	336	311	320	14			
	15	290	299	314	301	12			
3	20	438	456	433	443	12			
ครั้งที่	25	461	480	467	470	10			
บันได	27	522	507	524	518	9			
าบขั้น	25	480	470	470	474	6			
າມ	20	440	426	458	441	16			
	15	307	353	336	332	23			

ตารางที่ ข.12 ตารางบันทึกระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2500 µm ของชิ้นงานที่ 3 ทดลองครั้งที่ 2

	แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1500 µm ของชิ้นงานที่ 4								
การวัด ระยะ กระดก	แรงดันอากาศ (kPa)	วัดครั้งที่ 1 (µm)	วัดครั้งที่ 2 (µm)	วัดครั้งที่ 3 (µm)	ค่าเฉลี่ย (µm)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตราฐาน (µm)			
	15	238	189	208	211	25			
1	20	291	317	308	306	13			
ารั <mark>งที่</mark>	25	298	289	328	305	20			
บันไดค	27	291	305	352	316	32			
บขั้นา	25	308	328	322	319	10			
ll'	20	_287	275	308	290	17			
	15	245	194	266 235		37			
	15	189	191	195	192	3			
2	20	236	236	267	246	18			
ดรังที่	25	303	288	307	300	10			
บันไดง	27	321	317	329	322	6			
บขั้น	25	295	308	323	309	14			
າມ	20	255	300	289	282	24			
	15	203	235	191	209	23			
	15	191	208	216	205	13			
3	20	249	229	244	241	10			
ครั้งที่	25	252	287	272	271	18			
บันไดเ	27	273	302	289	288	15			
าบขั้น(25	260	278	288	275	15			
ູງເມ	20	253	272	268	264	10			
	15	236	208	249	231	21			

ตารางที่ ข.13 ตารางบันทึกระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1500 µm ของชิ้นงานที่ 4

	แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2000 µm ของชิ้นงานที่ 4								
การวัด ระยะ กระดก	แรงดันอากาศ (kPa)	วัดครั้งที่ 1 (µm)	วัดครั้งที่ 2 (µm)	วัดครั้งที่ 3 (µm)	ค่าเฉลี่ย (µm)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตราฐาน (µm)			
	15	230	227	233	230	3			
1	20	301	317	327	315	13			
ารั <mark>งที่</mark>	25	388	382	395	388	6			
บันไดค	27	377	414	415	402	22			
บขั้นเ	25	354	377	387	373	17			
ll'	20	317	347	327	331	15			
	15	237	262	329	276	48			
	15	252	253	232	246	12			
2	20	284	288	270	281	10			
ู ดรังที่	25	376	362	347	362	14			
บันไดค	27	387	375	377	380	6			
บขั้น	25	367	354	352	358	8			
າແ	20	359	353	324	345	19			
	15	257	279	233	256	23			
	15	231	244	225	233	10			
3	20	322	267	294	295	27			
ครั้งที่	25	282	314	294	297	16			
บันโดเ	27	294	337	311	314	22			
าบขั้น'	25	339	307	328	324	16			
าแ	20	287	284	289	287	3			
	15	275	244	269	263	16			

ตารางที่ ข.14 ตารางบันทึกระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2000 µm ของชิ้นงานที่ 4

	แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2500 µm ของชิ้นงานที่ 4								
การวัด ระยะ กระดก	แรงดันอากาศ (kPa)	วัดครั้งที่ 1 (µm)	วัดครั้งที่ 2 (µm)	วัดครั้งที่ 3 (µm)	ค่าเฉลี่ย (µm)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตราฐาน (µm)			
	15	377	370	385	377	7			
1	20	434	437	426	432	6			
ารั <mark>งที่</mark>	25	485	528	488	500	24			
บันไดค	27	547	559	532	546	13			
บขั้นา	25	518	508	464	497	28			
ll'	20	476	459	252	396	124			
	15	378	402	401	394	13			
	15	391	385	380	386	6			
2	20	425	448	489	454	32			
ครั้งที่	25	481	491	481	485	6			
บันไดเ	27	537	537	537	537	0			
บขั้น	25	494	509	502	502	7			
lu ¹	20	439	461	447	449	11			
	15	389	406	372	389	17			
	15	394	352	359	368	23			
3	20	434	459	430	441	16			
ครั้งที่	25	464	477	464	469	8			
บันได	27	517	507	493	505	12			
าบขึ้น	25	472	487	498	486	13			
ເພ	20	393	482	445	440	45			
	15	372	339	317	343	28			

ตารางที่ ข.15 ตารางบันทึกระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2500 µm ของชิ้นงานที่ 4

	แอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1500 µm ของชิ้นงานที่ 5								
การวัด ระยะ กระดก	แรงดันอากาศ (kPa)	วัดครั้งที่ 1 (µm)	วัดครั้งที่ 2 (µm)	วัดครั้งที่ 3 (µm)	ค่าเฉลี่ย (µm)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตราฐาน (µm)			
	15	182	175	186	181	6			
1	20	204	201	204	203	2			
ารั <mark>งที่</mark>	25	228	256	222	235	18			
บันไดค	27	233	239	236	236	3			
บขั้นเ	25	214	222	216	217	4			
າແ	20	208	210	201	206	4			
	15	185	180	183	183	2			
	15	165	167	172	168	4			
2	20	205	206	202 204		2			
ดรังที่	25	213	224	232	223	10			
บันไดง	27	245	258	251	252	6			
บขั้น	25	228	236	234	233	4			
۱۱	20	200	203	206	203	3			
	15	186	179	179	181	4			
	15	158	162	158	159	2			
3	20	177	181	174	177	4			
ครั้งที่	25	216	204	218	213	7			
บันโดเ	27	252	215	246	238	20			
าบขึ้น	25	220	193	231	215	19			
ເພ	20	189	184	195	189	5			
	15	171	157	169	166	8			

ตารางที่ ข.16 ตารางบันทึกระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1500 µm ของชิ้นงานที่ 5

	แอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2000 µm ของชิ้นงานที่ 5								
การวัด ระยะ กระดก	แรงดันอากาศ (kPa)	วัดครั้งที่ 1 (µm)	วัดครั้งที่ 2 (µm)	วัดครั้งที่ 3 (µm)	ค่าเฉลี่ย (µm)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตราฐาน (µm)			
	15	263	276	279	273	8			
1	20	317	322	328	323	6			
ดรังที่	25	336	388	346	357	28			
บันไดค	27	351	365	399	372	25			
บขั้นา	25	343	341	361	348	11			
າແ	20	317	321	330	322	7			
	15	260	269	281	270	11			
	15	294	281	281	285	7			
2	20	313	378	325	338	35			
ครั้งที่	25	352	365	355	357	7			
บันไดง	27	395	372	409	392	19			
บขั้น	25	365	353	385	368	16			
۱۱	20	301	323	334	319	17			
	15	288	274	289	284	8			
	15	230	237	236	234	4			
3	20	302	275	291	289	13			
ครั้งที่	25	354	359	360	358	3			
บันไดเ	27	392	372	394	386	12			
าบขั้น(25	365	355	352	357	7			
ູງເມ	20	295	297	274	289	12			
	15	275	250	257	261	13			

ตารางที่ ข.17 ตารางบันทึกระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2000 µm ของชิ้นงานที่ 5

	แอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2500 µm ของชิ้นงานที่ 5								
การวัด ระยะ กระดก	แรงดันอากาศ (kPa)	วัดครั้งที่ 1 (µm)	วัดครั้งที่ 2 (µm)	วัดครั้งที่ 3 (µm)	ค่าเฉลี่ย (µm)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตราฐาน (µm)			
	15	377	377	377	377	0			
1	20	449	437	435	440	8			
ารั <mark>งที่</mark>	25	503	492	491	495	7			
บันไดค	27	524	534	534	531	6			
บขั้นเ	25	502	446	479	476	28			
າແ	20	437	453	448	446	8			
	15	385	372	371 376		8			
	15	372	395	402	390	16			
2	20	434	426	432	431	4			
ดรังที่	25	500	489	486	492	7			
บันไดเ	27	533	512	536	527	13			
บขั้น	25	478	467	505	483	20			
ll1	20	451	460	453	455	4			
	15	374	404	399	392	16			
	15	287	323	371	327	42			
3	20	426	426	443	432	10			
ครั้งที่	25	497	461	484	481	18			
บันได	27	521	509	519	517	6			
าบขึ้น	25	492	481	479	484	7			
ເພ	20	434	437	428	433	5			
	15	372	379	383	378	6			

ตารางที่ ข.18 ตารางบันทึกระยะกระดกของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2500 µm ของชิ้นงานที่ 5

ตารางที่ ข.19 ตารางบันทึกระยะกระดกเฉลี่ยของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1500 µm ของชิ้นงานที่ 1-5 โดยแยก 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาก่อนการให้สัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยม ช่วงเวลาหลังการให้สัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยม 25000 ครั้ง และช่วงเวลาหลังการให้สัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยม 50000 ครั้ง

ระยะกระดกเฉลี่ยของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1500 μm ของชิ้นงานที่ 1-5										
การวัด ระยะ กระดก	แรงดัน อากาศ (kPa)	ค่าเฉลี่ย ชิ้นงานที่ 1 (μm)	ค่าเฉลี่ย ชิ้นงานที่ 2 (μm)	ค่าเฉลี่ย ชิ้นงานที่ 3 (µm)	ค่าเฉลี่ย ชิ้นงานที่ 4 (μm)	ค่าเฉลี่ย ชิ้นงานที่ 5 (μm)	ค่าเฉลี่ย ชิ้นงาน ทุกชิ้น (μm)			
	15	160 🌙	165	189	211	181	181			
←1	20	193	184	220	306	203	221			
บันโดครั้งที่	25	203	170	254	305	235	233			
	27	228	225	256	316	236	252			
าปขึ้น	25	213	208	245	319	217	240			
ື່ມ	20	204	216	233	290	206	230			
	15	165	159	180	235	183	184			
	15	180	157	184	192	168	176			
5	20	203	187	221	246	204	212			
ครั้งง	25	226	213	251	300	223	242			
บ้นได	27	242	225	262	322	252	260			
ปขึ้น	25	217	207	239	309	233	241			
n"	20	205	185	218	282	203	218			
แบบขั้นบันไดครั้งที่ 3 แบบขั้นบันไดครั้งที่ 2 แบบขั้นบันไดครั้งที่ 1	15	179	160	181	209	181	182			
	15	170	146	173	205	159	171			
3	20	199	177	221	241	177	203			
ครั้งง	25	229	206	262	271	213	236			
ั้นใดเ	27	236	219	269	288	238	250			
เปขึ้น	25	226	208	248	275	215	234			
n"	20	198	177	229	264	189	212			
	15	168	150	170	231	166	177			

ตารางที่ ข.**20** ตารางบันทึกระยะกระดกเฉลี่ยของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2000 μm ของชิ้นงานที่ 1-5 โดยแยก 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาก่อนการให้สัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยม ช่วงเวลาหลังการให้สัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยม 25000 ครั้ง และช่วงเวลาหลังการให้สัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยม 50000 ครั้ง

ระยะกระดกเฉลี่ยของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2000 µm ของชิ้นงานที่ 1-5									
การวัด ระยะ กระดก	แรงดัน อากาศ (kPa)	ค่าเฉลี่ย ชิ้นงานที่ 1 (μm)	ค่าเฉลี่ย ชิ้นงานที่ 2 (μm)	ค่าเฉลี่ย ชิ้นงานที่ 3 (μm)	ค่าเฉลี่ย ชิ้นงานที่ 4 (μm)	ค่าเฉลี่ย ชิ้นงานที่ 5 (μm)	ค่าเฉลี่ย ชิ้นงาน ทุกชิ้น (μm)		
	15	295	230	278	230	273	261		
, _ 	20	342	286	319	315	323	317		
ครั้งพ	25	366	337	357	388	357	361		
บ้นได	27	375	360	375	402	372	377		
าปขึ้น	25	362	335	376	373	348	359		
ື່ມູ	20	331	289	313	331	322	317		
	15	293	231	281	276	270	270		
	15	277	228	255	246	285	258		
5	20	297	307	329	281	338	310		
ครั้งง	25	354	352	361	362	357	357		
บันโด	27	353	383	364	380	392	374		
บขึ้น	25	336	342	366	358	368	354		
n"	20	318	313	326	345	319	324		
	15	263	232	269	256	284	261		
	15	248	221	257	233	234	239		
3	20	297	286	326	295	289	299		
ครั้งๆ	25	354	346	362	297	358	343		
วันไดง	27	366	378	368	314	386	362		
บขึ้น	25	348	347	361	324	357	347		
nıı	20	296	285	327	287	289	297		
	15	257	227	268	263	261	255		

ตารางที่ ข.**21** ตารางบันทึกระยะกระดกเฉลี่ยของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2500 μm ของชิ้นงานที่ 1-5 โดยแยก 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาก่อนการให้สัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยม ช่วงเวลาหลังการให้สัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยม 25000 ครั้ง และช่วงเวลาหลังการให้สัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยม 50000 ครั้ง

ระยะกระดกเฉลี่ยของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2500 µm ของชิ้นงานที่ 1-5										
การวัด ระยะ กระดก	แรงดัน อากาศ (kPa)	ค่าเฉลี่ย ชิ้นงานที่ 1 (µm)	ค่าเฉลี่ย ชิ้นงานที่ 2 (µm)	ค่าเฉลี่ย ชิ้นงานที่ 3 (µm)	ค่าเฉลี่ย ชิ้นงานที่ 4 (µm)	ค่าเฉลี่ย ชิ้นงานที่ 5 (µm)	ค่าเฉลี่ย ชิ้นงาน ทุกชิ้น (μm)			
	15	395 🌙	393	343	377	377	377			
,	20	432	475	446	432	451	447			
ครั้งพื	25	482	514	483	500	493	494			
บ้นได	27	503	531	516	546	517	523			
บขึ้น	25	485	519	483	497	495	496			
n'n	20	412	474	438	396	441	432			
	15	358	399	347	394	368	373			
	15	312	395	354	386	390	367			
12	20	369	481	436	454	431	434			
ครั้งๆ	25	468	539	481	485	492	493			
บ้นได	27	483	566	511	537	527	525			
บขึ้น	25	448	538	482	502	483	491			
n'n	20	379	496	438	449	455	443			
	15	314	402	350	389	392	369			
	15	347	399	340	368	327	356			
3	20	371	455	431	441	432	426			
ครั้งง	25	479	538	474	469	481	488			
บ้นได	27	493	551	515	505	517	516			
บขึ้น	25	481	541	482	486	484	495			
n'n	20	375	480	441	440	433	434			
	15	335	402	338	343	378	359			

ตารางที่ ข.22 ตารางวิเคราะห์ผลระยะกระดกเฉลี่ยของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1500 μm ที่เกิดจากการใช้งานในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อทดสอบวัฎจักร

ผลระยะกระดกเฉลี่ยของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1500 µm ที่เกิดจากการใช้										
งานในช่วงเวลา	งานในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อทดสอบวัฎจักร									
	ระยะกระดกแบบขั้นบันไดเฉลี่ยของตัวอย่างที่ 1-5 (µm)									
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ด้าเวลียยอ						
ค่าแรงดัน	(ทดสอบก่อน	(ทดสอบหลัง	(ทดสอบหลัง	ri แนถยพถ วาวออาร	ส่วนเบี่ยงเบน					
อากาศ (kPa)	ให้สัญญาณ	ให้สัญญาณ	ให้สัญญาณ	ง (((())))))) (())))))))	มาตราฐานวัฎ					
	คลื่นสี่เหลี่ยม)	คลื่นสี่เหลี่ยม	คลื่นสี่เหลี่ยม	พ่วยวอว	จักร (µm)					
		25000 ครั้ง)	50000 ครั้ง)	.0 9 1 9 9 9 1						
15	181 🔍	176	171	176	5					
20	221	212	203	212	9					
25	233	242	236	237	5					
27	252	260	250	254	6					
25	240	241	234	239	4					
20	230	218	212	220	9					
15	184	182	177	181	4					
	ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานวัฏจักรเฉลี่ย (µm) 6									

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University ตารางที่ ข.**23** ตารางวิเคราะห์ผลระยะกระดกเฉลี่ยของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2000 μm ที่เกิดจากการใช้งานในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อทดสอบวัฎจักร

ผลระยะกระดกเฉลี่ยของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2000 µm ที่เกิดจากการใช้										
งานในช่วงเวลา	งานในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อทดสอบวัฏจักร									
	ระยะกระดกแบบขั้นบันไดเฉลี่ยของตัวอย่างที่ 1-5 (µm)									
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ด้าเวลียยอ						
ค่าแรงดัน	(ทดสอบก่อน	(ทดสอบหลัง	(ทดสอบหลัง	ท แนถยพถ	ส่วนเบี่ยงเบน					
อากาศ (kPa)	ให้สัญญาณ	ให้สัญญาณ	ให้สัญญาณ	ง แแบบง	มาตราฐานวัฎ					
	คลื่นสี่เหลี่ยม)	คลื่นสี่เหลี่ยม	คลื่นสี่เหลี่ยม	พ่านาลา	จักร (µm)					
		25000 ครั้ง)	50000 ครั้ง)	0 9 1 6 9 6 1 1						
15	261 🔍	258	239	253	12					
20	317	310	299	309	9					
25	361	357	343	354	9					
27	377	374	362	371	8					
25	359	354	347	353	6					
20	317	324	297	313	14					
15 270		261	255	262	8					
	ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานวัฏจักรเฉลี่ย (µm) 9									

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University ตารางที่ ข.24 ตารางวิเคราะห์ผลระยะกระดกเฉลี่ยของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2500 μm ที่เกิดจากการใช้งานในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อทดสอบวัฏจักร

ผลระยะกระดกเฉลี่ยของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2500 µm ที่เกิดจากการใช้										
งานในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อทดสอบวัฎจักร										
	ระ	ระยะกระดกแบบขั้นบันไดเฉลี่ยของตัวอย่างที่ 1-5 (µm)								
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ด้าเวลียยอ						
ค่าแรงดัน	(ทดสอบก่อน	(ทดสอบหลัง	(ทดสอบหลัง	ท แนถยพถ	ส่วนเบี่ยงเบน					
อากาศ (kPa)	ให้สัญญาณ	ให้สัญญาณ	ให้สัญญาณ	ง (((()))))))))))))))))	มาตราฐานวัฎ					
	คลื่นสี่เหลี่ยม)	คลื่นสี่เหลี่ยม	คลื่นสี่เหลี่ยม	พ่ายาลา	จักร (µm)					
		25000 ครั้ง)	50000 ครั้ง)	0 9 1 6 9 6 1 1						
15	377	367	356	367	10					
20	447	434	426	436	11					
25	494	493	488	492	3					
27	523	525	516	521	4					
25	496	491	495	494	3					
20	432	443	434	436	6					
15	373	369	359	367	7					
	ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานวัฎจักรเฉลี่ย (µm) 6									

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University

	ะยะกระดกแบบขั้นบันได ค่าแรงดันอากาศ (kPa)							
	(µm)	15	20	25	27	25	20	15
	0 ครั้ง	160	193	203	228	213	204	165
นที่ 1	25000 ครั้ง	180	203	226	242	217	205	179
ชิ้นงา	50000 ครั้ง	170	199	229	236	226	198	168
10	ค่าเฉลี่ยผลการทำซ้ำ	170	198	219	235	219	202	170
	0 ครั้ง	165	184	170	225	208	216	159
นที่ 2	25000 ครั้ง	157	187	213	225	207	185	160
ชื้นงา	50000 ครั้ง	146	177	206	219	208	177	150
10	ค่าเฉลี่ยผลการทำซ้ำ	156	183	196	223	208	193	156
	0 ครั้ง	189	220	254	256	245	233	180
นที่ 3	25000 ครั้ง	184	221	251	262	239	218	181
ซินงา	50000 ครั้ง	173	221	262	269	248	229	170
10	ค่าเฉลี่ยผลการทำซ้ำ	182	221	256	263	244	227	177
	0 ครั้ง	211	306	305	316	319	290	235
นที่ 4	25000 ครั้ง	192	246	300	322	309	282	209
ชินงา	50000 ครั้ง 🛛 🥁	205	241	271	288	275	264	231
10	ค่าเฉลี่ยผลการทำซ้ำ	203	264	292	309	301	279	225
	0 ครั้ง	181	203	235	236	217	206	183
นที่ 5	25000 ครั้ง	168	204	223	252	233	203	181
ชิ้นงา	50000 ครั้ง ป ุโ	159	177	213	238	215	189	166
10	ค่าเฉลี่ยผลการทำซ้ำ	169	195	223	242	221	200	177
	ค่าเฉลี่ยรวม	176	212	237	254	239	220	181
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการ สร้าง (µm)		18	32	37	34	37	35	26
ส่วง	นเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการ สร้างเฉลี่ย (µm)				37			

ตารางที่ ข.25 ตารางการวิเคราะห์ผลระยะกระดกเฉลี่ยของแอคชั่วเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1500 µm ที่เกิดจากการสร้างชิ้นงานของตัวอย่างที่ 1-5

	ระยะกระดกแบบขั้นบันได ค่าแรงดันอากาศ (kPa)							
	(µm)	15	20	25	27	25	20	15
	0 ครั้ง	295	342	366	375	362	331	293
นที่ 1	25000 ครั้ง	277	297	354	353	336	318	263
ชิ้นงา	50000 ครั้ง	248	297	354	366	348	296	257
10	ค่าเฉลี่ยผลการทำซ้ำ	273	312	358	365	349	315	271
	0 ครั้ง	230	286	337	360	335	289	231
นที่ 2	25000 ครั้ง	228	307	352	383	342	313	232
ชื้นงา	50000 ครั้ง	221	286	346	378	347	285	227
	ค่าเฉลี่ยผลการทำซ้ำ	226	293	345	374	342	295	230
	0 ครั้ง 🥏	278	319	357	375	376	313	281
นที่ 3	25000 ครั้ง	255	329	361	364	366	326	269
ขึ้นงา	50000 ครั้ง	257	326	362	368	361	327	268
	ค่าเฉลี่ยผลการทำซ้ำ	263	324	360	369	368	322	273
	0 ครั้ง	230	315	388	402	373	331	276
นที่ 4	25000 ครั้ง	246	281	362	380	358	345	256
ชื้นงา	50000 ครั้ง 💽	233	295	297	314	324	287	263
	ค่าเฉลี่ยผลการทำซ้ำ	236	297	349	365	351	321	265
	0 ครั้ง	273	323	357	372	348	322	270
นที่ 5	25000 ครั้ง	285	338	357	392	368	319	284
ชื้นงา	50000 ครั้ง	234	289	358	\$ 386	357	289	261
	ค่าเฉลี่ยผลการทำซ้ำ	264	317	357	383	358	310	271
	ค่าเฉลี่ยรวม	253	309	354	371	353	313	262
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการ สร้าง (µm)		20	13	6	8	10	11	18
ส่วา	นเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการ สร้างเฉลี่ย (µm)	23						

ตารางที่ ข.26 ตารางการวิเคราะห์ผลระยะกระดกเฉลี่ยของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2000 µm ที่เกิดจากการสร้างชิ้นงานของตัวอย่างที่ 1-5

	ระยะกระดกแบบขั้นบันได ค่าแรงดันอากาศ (kPa)							
	(µm)	15	20	25	27	25	20	15
	0 ครั้ง	395	432	482	503	485	412	358
นที่ 1	25000 ครั้ง	312	369	468	483	448	379	314
ชั้นงา	50000 ครั้ง	347	371	479	493	481	375	335
10	ค่าเฉลี่ยผลการทำซ้ำ	351	390	476	493	471	389	336
	0 ครั้ง	393	475	514	531	519	474	399
นที่ 2	25000 ครั้ง	395	481	539	566	538	496	402
ซินงา	50000 ครั้ง	399	455	538	551	541	480	402
10	ค่าเฉลี่ยผลการทำซ้ำ	396	470	530	549	533	483	401
	0 ครั้ง 🥔	343	446	483	516	483	438	347
นที่ 3	25000 ครั้ง	354	436	481	511	482	438	350
ชั้นงา	50000 ครั้ง	340	431	474	515	482	441	338
10	ค่าเฉลี่ยผลการทำซ้ำ	346	438	479	514	482	439	345
	0 ครั้ง	377	432	500	546	497	396	394
นที่ 4	25000 ครั้ง	386	454	485	537	502	449	389
ชิ้นงา	50000 ครั้ง	368	441	469	505	486	440	343
10	ค่าเฉลี่ยผลการทำซ้ำ	377	442	484	530	495	428	375
	0 ครั้ง	377	451	493	517	495	441	368
นที่ 5	25000 ครั้ง	390	431	492	527	483	455	392
ชิ้นงา	50000 ครั้ง	327	432	481	S 517	484	433	378
	ค่าเฉลี่ยผลการทำซ้ำ	365	438	488	520	488	443	379
	ค่าเฉลี่ยรวม	367	436	492	521	494	436	367
ส่วา	นเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการ สร้าง (µm)	20	29	22	21	23	34	27
ส่วา	นเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการ สร้างเฉลี่ย (µm)	25						

ตารางที่ ข. 27 ตารางการวิเคราะห์ผลระยะกระดกเฉลี่ยของแอคชัวเอเตอร์นิวเมติกส์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2500 µm ที่เกิดจากการสร้างชิ้นงานของตัวอย่างที่ 1-5

ภาคผนวก ค

ค่าความหนาของการวัดฟิล์มบาง



รูปที่ ค.1 การวัดค่าความหนาของฟิล์มบางของชิ้นงานทดสอบที่ 1



รูปที่ ค.2 การวัดค่าความหนาของฟิล์มบางของชิ้นงานทดสอบที่ 2



รูปที่ ค.3 การวัดค่าความหนาของฟิล์มบางของชิ้นงานทดสอบที่ 3



รูปที่ ค.4 การวัดค่าความหนาของฟิล์มบางของชิ้นงานทดสอบที่ 4



รูปที่ ค.5 การวัดค่าความหนาของฟิล์มบางของชิ้นงานทดสอบที่ 5



		ความหนาของฟิล์มบาง (µm)						
		ตำแหน่ง A	ตำแหน่ง B	ตำแหน่ง C	ตำแหน่ง D	ตำแหน่ง E	ค่าเฉลี่ย รวม (ชิ้นงาน)	
	วัดครั้งที่ 1	110	92	105	104	106	103	
นที่ 1	วัดครั้งที่ 2	94	93	110	96	92	97	
ชินงาา	วัดครั้งที่ 3	97	92	110	108	101	102	
16	ค่าเฉลี่ย (ตำแหน่ง)	100	92	108	103	100	101	
	วัดครั้งที่ 1	97	110	87	110	111	103	
นที่ 2	วัดครั้งที่ 2	102	106	113	106	109	107	
ชินงา	วัดครั้งที่ 3	102	94	93	98	98	97	
	ค่าเฉลี่ย (ตำแหน่ง)	100	103	98	105	106	102	
	วัดครั้งที่ 1	93	100	108	109	91	100	
นที่ 3	วัดครั้งที่ 2	89	114	112	97	83	99	
ชินงา	วัดครั้งที่ 3	102	98	102	102	94	100	
	ค่าเฉลี่ย (ตำแหน่ง)	95	104	107	103	89	100	
	วัดครั้งที่ 1	89	100	89	99	102	96	
นที่ 4	วัดครั้งที่ 2	102	102	99	102	91	99	
ขึ้นงา	วัดครั้งที่ 3	107	101	100	102	110	104	
	ค่าเฉลี่ย (ตำแหน่ง)	99	101	96	101	101	100	
	วัดครั้งที่ 1	95	90	100	93	106	97	
นที่ 5	วัดครั้งที่ 2	99	104	100	101	113	103	
ชินงา	วัดครั้งที่ 3	104	110	97	96	104	102	
	ค่าเฉลี่ย (ตำแหน่ง)	99	101	99	97	108	101	
ค่าเฉลี่ยความหนาฟิล์มบางจากทุกตำแหน่งและทุกชิ้นงาน (µm) 101								

ตารางที่ ค.1 ตารางบันทึกการวัดค่าความหนาของฟิล์มบาง

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายศิวพล ฉายแก้ว เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2533 สำเร็จ การศึกษาปริญญาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี หลังจากนั้นได้เข้าทำงานที่บริษัทพานาโซนิค ออโต้โมทีฟ ซิสเต็มส์ เอเชียแปซิฟิค ตำแหน่ง รองหัวหน้างานของแผนกวิจัยและพัฒนา โดยมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ ของวิทยุรถยนต์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ก่อนเข้ามาศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต หลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



Chulalongkorn University